(外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 エチニルチアゾール誘導体

(57)【要約】

【課題】 ロイコトリエン拮抗作用と肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用とを併せ持ち、アレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬の有効成分として有用な化合物を提供する。

【解決手段】 式(1) $[R^1 \ DUR^2 \ lank x grack relation x gr$

【化1】

(74)代理人 弁理士 今村 正純

Application No. 10/619,777; Filing Date: July 15, 2003 Inventor: W.H.ROARK; Art Unit: 1614; Docket # PC25131A



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)

【化1】

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
\downarrow \\
R^{2}
\end{array}$$
 $C \equiv C - A - (G^{1})_{m} - (G^{2})_{n} - Q$
(1)

「式中、 R^1 及び R^2 はそれぞれ独立して水素原子、ハ

ロゲン原子、置換基を有することもあるアルキル基、置 換基を有することもあるシクロアルキル基、またはR1 とR² が一緒になって形成する環を意味し:Aは置換基 を有することもあるフェニル基、置換基を有することも あるピリジル基、置換基を有することもあるフリル基、 置換基を有することもあるチエニル基、置換基を有する こともあるベンゾフラニル基、置換基を有することもあ るベンゾ[b] チエニル基、置換基を有することもある ベンゾオキサゾリル基、置換基を有することもあるベン ゾチアゾリル基、置換基を有することもあるピリド 「1.2-a] ピリミジニル基、置換基を有することも あるキナゾリニル基、置換基を有することもあるベンゾ トリアジニル基、または置換基を有することもある2H -クロメニル基を意味し; G1 は酸素原子、カルボニル 基、エチニル基、基-NR3 CO-、基-NR4 -、基 -NR5 SO, -、基-SO, NR6 -、基-CONR ⁷ - 、基-C (=CHR⁸) - 、または、基-CR⁹ = CR¹⁰-(式中、R³、R⁴、R⁵、R⁶、及びR 7 は、水素原子、水酸基、または置換基を有することも あるアルキル基を意味し、R8 はシアノ基、カルボキシ ル基、または置換基を有することもあるアルコキシカル ボニル基を意味し、R9 及びR10は、それぞれ独立し て、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有することもあ るアルキル基、置換基を有することもあるシクロアルキ ル基、置換基を有することもあるアリール基、またはR 9 及びR10が一緒になって形成する環を意味する。)を 意味し:G² は置換基を有することもあるフェニル基、 置換基を有することもあるピリジル基、置換基を有する こともあるチアゾリル基、置換基を有することもあるイ ソオキサゾリル基、置換基を有することもあるチエニル 基、置換基を有することもあるピリミジニル基、基一C $HR^{11}-CHR^{12}-$ 、または基 $-CR^{13}=CR^{14}-$ (C R¹⁵=CR¹⁶) y-(ここで、式中、R¹¹とR¹²は一緒 になって形成する環を意味し、R¹³、R¹⁴、R¹⁵、及び R16はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、置換 基を有することもあるアルキル基、置換基を有すること もあるアリール基、R13とR14またはR15とR16が一緒 になって形成する環を意味し、yはOから3の整数を意 味する。)を意味し;m及びnは、それぞれ独立に、O または1の整数を意味し;Qはカルボキシル基、置換基 を有することもあるアルコキシカルボニル基、-CONH-(5ーテトラゾリル)基、置換基を有することもある1,2,3ートリアゾリル基、置換基を有することもある2,4ージオキソチアゾリジン-5ーイリデニル基、置換基を有することもある4ーオキソー2ーチオキソチアゾリジン-5ーイリデニル基、置換基を有することもある4ーオキソー2ーチオキソチカる5ーオキソー4ーテトラゾリル基、置換基を有することもある3ー(5ーオキソ)ー[1,2,4]オキサジアゾリジニル基、置換基を有することもある2ー(3,5ージオキソ)ー[1,2,4]オキサジアゾリニル基、置換基を有することもある5ー(3ーオキソ)ー[1,2,4]オキサジアゾリニル基、置換基を有することもある5ー(3ーオキソ)ー【1,2,4]オキサジアゾリジニル基、または置換基を有することもある3ー(5ーオキソ)ーイソオキサゾリジル基で表される基を意味する。)]

(ただし、mおよびnが0であり、かつQがカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基である場合を除く。)で表される化合物及びそれらの塩。

【請求項2】 式(1)中のR¹ が水素原子である請求項1または2に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項3】 式(1)中のR² が置換基を有すること もあるアルキル基または置換基を有することもあるシク ロアルキル基である請求項1ないし3のいずれか1項に 記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項4】 式(1)中のAが置換基を有することもあるフェニル基である請求項1ないし4のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項5】 式(1)中のAで示される基がフェニル基であり、2-エチニルチアゾリル基と-(G^1)。-(G^2)。-Qで表される基とがメタ配置である請求項1ないし4のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの恒

【請求項6】 式(1)中のQが5-テトラゾリル基である請求項1ないし5のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項7】 式(1)中のm及びnが0である請求項 1ないし6のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの 塩、

【請求項8】 式(1)中のm及びnが1であり、G¹が-NR³ CO-であり、G²が1または2以上の置換基を有することもあるフェニル基である請求項1ないし6のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項9】 式(1)中のG² が1または2以上の置換基を有することもあるフェニル基であり、G¹ とQとがパラ配置である請求項1ないし6または請求項8のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項10】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩からなる医薬。

【請求項11】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するア

レルギー性疾患の治療及び/又は予防薬。

【請求項12】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するロイコトリエンが関与する疾患の治療及び/又は予防薬。

【請求項13】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するヒスタミンが関与する疾患の治療及び/又は予防薬。

【請求項14】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するロイコトリエン及びヒスタミンが同時に関与する疾患の治療及び/又は予防薬。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、抗アレルギー作用 などの生理活性を有し、医薬の有効成分として有用なエ チニルチアゾール誘導体に関する。

[0002]

【従来の技術】アレルギー性疾患に分類される気管支喘 息は気道の慢性炎症を特徴とする疾患であり、この原因 物質としてロイコトリエン(LTs)、トロンボキサン A₂(TXA₂)、血小板活性化因子(PAF)、ヒスタ ミン、プロスタグランジン (PG) 等の様々な化学物質 (炎症性メディエーター)が関与が知られている。これ ら炎症性メディエーターの1つであるロイコトリエン類 は、アレルギー性の気管及び気管支疾患、アレルギー性 の肺疾患、アレルギー性ショック、またはアレルギー性 の各種炎症の発現に関与する主要な因子の一つと考えら れている (Proc. Natl. Acad. Sci. U SA. 80:1712-1716, 1983). st. ペプチドロイコトリエン(LTs)はアラキドン酸の代 謝によって産生される炎症性メディエーターであり、ロ イコトリエンC4(LTC4)、ロイコトリエンD4(LT D₄)、及びロイコトリエンE₄ (LTE₄)が知られ ている (Science、220:568-575, 1 983).

【0003】これらロイコトリエン類の受容体(レセプター)に結合し、ロイコトリエン類と拮抗する生理活性物質(受容体拮抗薬)が数多く報告されている(Chimia 46:304-311,1992、及びJ.Med.Chem.1996,39(14)2629-2654)。また、ロイコトリエン受容体拮抗薬の4-オキソー8-(4-(4-フェニルブトキシ)ベンゾイルアミノ)-2-(テトラゾールー5-イル)-4H-1-ベンゾピラン・ヘミハイドレート(プランルカスト:Drugs of the Future 1988,13,317-320)についての臨床成績が報告されつつあり[医学のあゆみ、164(4):225-247、1993;免疫薬理、12巻(2):116(222)-118(224)、1994;及び、臨床医薬,9(S-1):71-107,1993など]、これら

のロイコトリエン受容体拮抗薬の有用性が認められつつ ある。

【〇〇〇4】一方、肥満細胞、好酸球、好塩基球等は上記の炎症性メディエーターの産生細胞であり、アレルギー性の気管及び気管支疾患、アレルギー性の肺疾患、アレルギー性ショック、又はアレルギー性の各種炎症の病態において重要な役割を果たしている。代表的な炎症性細胞一つである肥満細胞では、感作された状態(抗原に対するIgE抗体が細胞表面のFcレセプターに結合した状態)で再び抗原に曝露されると細胞が活性化され、その結果、ヒスタミン、LTC。等のケミカルメディエーターが遊離され、血管透過性亢進、毛細血管拡張、平滑筋攣縮等を引き起こす。

【0005】この一連の反応を抑制する薬剤として、ジ ソディウム・クロモグリケート(DSCG)「The Merck Index, 第9版 2585 (197 6)]及び9-メチル-3-(1H-テトラゾール-5 - (1) - (-オン・カリウム塩(ペミロラスト・カリウム)(特開 昭54-36294)等が知られている。 抗アレルギー 薬は、抗ヒスタミン作用を持つ塩基性抗アレルギー薬 と、この作用を持たない酸性抗アレルギー薬とに分類さ れるが、ペミロラスト・カリウムは酸性抗アレルギー薬 の代表例である。酸性抗アレルギー薬は抗ヒスタミン作 用を有しないために口内乾燥感や眠気などの副作用がな いことを特徴を有しており、気管支喘息やアレルギー性 鼻炎に対してある程度の有効性が報告されている [現代 医療、26巻(7)137(2143)-139(21 45)、1994;現代医療、26巻(7)251(2 257)-255(2261)、1994;及び、Pr ogress in Medicine、13巻(1 0), 137(2247)-147(2257), 1993]。しかしながら、これらの薬剤は気管支喘息に適 用できるものの、臨床的な満足度はさほど高くないとい う問題を有している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記抗アレルギー薬が 臨床的に満足されていない理由として、アレルギー性疾 患を惹起する原因物質(炎症性メディエーター)は各個 人により異なり、複数の原因物質が同時に関与している ことが多いこと、及びその原因物質を特定する診断技術 が一般に煩雑であることが挙げられる。従って、抗アレ ルギー剤を用いてアレルギー疾患の予防や治療を行う場 合、従来の抗アレルギー剤のように単独の作用を有する 薬剤よりも、複数の抗アレルギー作用を同時に発揮する 薬剤の方が、より広範囲のアレルギー疾患の予防や治療 に有用であることが期待される。また、このように複数 の作用を有する単一の薬剤を投与することによって、複 数の薬剤を同時投与した際の薬物相互作用による作用の 減弱、多様な副作用の発現、又は医療経済性の低下など の問題を回避できる可能性がある。

【0007】とりわけ、臨床的な治療及び/又は予防効果が証明されているロイコトリエンに対する拮抗作用と、ヒスタミンなどのメディエーターの遊離抑制作用とを併せ持つ化合物を提供することができれば、より広範囲なアレルギー性疾患の治療及び/又は予防が可能になるものと期待される。従って、本発明の課題は、気管支喘息に代表されるアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬を提供することにあり、より具体的には、ロイコトリエン拮抗作用と肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用とを併せ持ち、アレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬の有効成分として有用な化合物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の課題を達成するために鋭意研究を重ねた結果、下記の式で表されるエチニルチアゾール誘導体がロイコトリエン拮抗作用と肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用とを併せ持っていること、及び、該化合物を経口投与することにより、上記の二つの作用を同時に、かつ持続的に発現させることができることを見いだした。本発明は上記の知見を基にして完成されたものである。

【0009】すなわち本発明は、一般式(1): 【化2】

「式中、R1 及びR2 は、それぞれ独立して、水素原 子、ハロゲン原子、置換基を有することもあるアルキル 基、置換基を有することもあるシクロアルキル基、また はR1 とR2 が一緒になって形成する環を意味し; Aは 置換基を有することもあるフェニル基、置換基を有する こともあるピリジル基、置換基を有することもあるフリ ル基、置換基を有することもあるチエニル基、置換基を 有することもあるベンゾフラニル基、置換基を有するこ ともあるベンゾ [b] チエニル基、置換基を有すること もあるベンゾオキサゾリル基、置換基を有することもあ るベンゾチアゾリル基、置換基を有することもあるピリ ド[1,2-a] ピリミジニル基、置換基を有すること もあるキナゾリニル基、置換基を有することもあるベン ゾトリアジニル基、または置換基を有することもある2 H-クロメニル基を意味し: G1 は酸素原子、カルボニ ル基、エチニル基、基-NR3 CO-、基-NR4 -、 基-NR⁵ SO₂ - 、基-SO₂ NR⁶ - 、基-CON R^7 - 、基-C (=CHR⁸) - 、または、基-CR⁹ $=CR^{10}-(ここで、式中、R³、R⁴、R⁵、R⁶、$ 及びR7 は水素原子、水酸基、または置換基を有するこ

ともあるアルキル基を意味し、R® はシアノ基、カルボ キシル基、または置換基を有することもあるアルコキシ カルボニル基を意味し、R⁹ 及びR¹⁰は、それぞれ独立 して、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有することも あるアルキル基、置換基を有することもあるシクロアル キル基、置換基を有することもあるアリール基、または R9 及びR10が一緒になって形成する環を意味する。) を意味し; G² は置換基を有することもあるフェニル 基、置換基を有することもあるピリジル基、置換基を有 することもあるチアゾリル基、置換基を有することもあ るイソオキサゾリル基、置換基を有することもあるチエ ニル基、置換基を有することもあるピリミジニル基、基 -CHR¹¹-CHR¹²-、または基-CR¹³=CR¹⁴-(CR¹⁵=CR¹⁶) y-(ここで、式中、R¹¹とR¹²は 一緒になって形成する環を意味し、R¹³、R¹⁴、R¹⁵、 及びR16はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、 置換基を有することもあるアルキル基、置換基を有する こともあるアリール基、R13とR14またはR15とR16が 一緒になって形成する環を意味し、yは0から3の整数 を意味する。)を意味し; m及び nは、それぞれ独立に 0または1の整数を意味し;Qはカルボキシル基、置換 基を有することもあるアルコキシカルボニル基、-CO NHー (5ーテトラゾリル) 基、置換基を有することも ある5ーテトラゾリル基、置換基を有することもある 1,2,3ートリアゾリル基、置換基を有することもあ る2.4-ジオキソチアゾリジン-5-イリデニル基、 置換基を有することもある4ーオキソー2ーチオキソチ アゾリジン-5-イリデニル基、置換基を有することも ある5-オキソー4-テトラゾリル基、置換基を有する こともある3-(5-オキソ)-[1,2,4]オキサ ジアゾリジニル基、置換基を有することもある2-(3,5-ジオキソ)-[1,2,4]オキサジアゾリ ニル基、置換基を有することもある5-(3-オキソ) - [1,2,4]オキサジアゾリジニル基、または置換 基を有することもある3-(5-オキソ)-イソオキサ ゾリジル基で表される基を意味する。)] (ただし、mおよびnがOであり、かつQがカルボキシ

(ただし、mおよびnが0であり、かつQがカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基である場合を除く。)で表される化合物及びそれらの塩を提供するものである。

【0010】上記発明の好ましい態様によれば、式 (1) 中の R^1 が水素原子である上記化合物及びそれらの塩;式 (1) 中の R^2 が置換基を有することもあるアルキル基または置換基を有することもあるシクロアルキル基である上記化合物及びそれらの塩;式 (1) 中のAが置換基を有することもあるフェニル基である上記化合物及びそれらの塩;式 (1) 中のAで示される基がフェニル基であり、2-エチニルチアゾリル基と-(G^1)。-(G^2)。-Qで表される基とがメタ配置である上記化合物及びそれらの塩;式 (1) 中のQが5-テトラゾ

リル基である上記化合物及びそれらの塩;式(1)中の m及び nが0である上記化合物及びそれらの塩;式 (1)中のm及び nが1であり、 G^1 が $-NR^3$ CO- であり、 G^2 が1 個または2 個以上の置換基を有することもあるフェニル基である上記化合物及びそれらの塩;並びに、式(1)中の G^2 が1 個または2 個以上の置換基を有することもあるフェニル基であり、 G^1 とQとがパラ配置である上記化合物及びそれらの塩が提供される。

【0011】本発明の別の態様によれば、上記化合物又はそれらの塩からなる医薬;並びに、その好ましい態様として、上記化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬が提供される。また、上記化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するロイコトリエンが関与する疾患、好ましくはロイコトリエンが関与するアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬;並びに、該疾患がロイコトリエンの発現過多に起因するアレルギー性疾患である上記治療及び/又は予防薬が提供される。さらに、上記化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するヒスタミンが関与する疾患、好ましくはヒスタミンが関与するアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬;並びに、該疾患がヒスタミンの発現過多に起因するアレルギー性疾患である上記治療及び/又は予防薬が提供される。

【0012】また、本発明の特に好ましい態様にによ り、上記化合物又はそれらの塩を有効成分として含有す るロイコトリエン及びヒスタミンが関与する疾患、好ま しくはロイコトリエン及びヒスタミンが関与するアレル ギー性疾患の治療及び/又は予防薬;並びに、該疾患が ロイコトリエン及びヒスタミンの発現過多に起因するア レルギー性疾患である上記治療及び/又は予防薬が提供 される。さらに、本発明の別の態様によれば、ロイコト リエン及び/又はヒスタミンが関与する疾患、好ましく はロイコトリエン及び/又はヒスタミンが関与するアレ ルギー性疾患の治療及び/又は予防方法であって、上記 化合物又はそれらの塩から選ばれる物質の有効量をヒト を含む哺乳類動物に投与する工程を含む方法;並びに、 上記アレルギー性疾患の治療及び/又は予防剤の製造の ための上記化合物又はそれらの塩の使用が提供される。 [0013]

【発明の実施の形態】本明細書において「アルキル基」とは、例えば、炭素数1から12の直鎖状若しくは分枝鎖状の飽和炭化水素を意味しており、「シクロアルキル基」とは、例えば、3から8員の環状アルキル基を意味している。また、「ハロゲン原子」という用語は、特に言及しない場合には、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、及びヨウ素原子のいずれも含む概念として用いる。「アルコキシル基」としては、例えば、炭素数1から12の直鎖状若しくは分枝鎖状のアルコキシル基を用いることができる。

【0014】R1 及びR2 はそれぞれ独立して水素原 子、ハロゲン原子、置換基を有することもあるアルキル 基、置換基を有することもあるシクロアルキル基、また はR1とR2 が一緒になって形成する環を意味する。ア ルキル基としては、好ましくは、炭素数1から8の直鎖 状若しくは分枝鎖状のアルキル基、より好ましくは炭素 数1から5の直鎖状もしくは分枝鎖状のアルキル基を用 いることができる。具体的には、例えば、メチル基、エ チル基、プロピル基、イソプロピル基、ノルマルブチル 基、イソブチル基、第三ブチル基、及びペンチル基等な どを用いることができる。上記アルキル基に結合する置 換基としては、例えば、ハロゲン原子、フェニル基、メ トキシフェニル基、ハロゲノフェニル基、ベンジル基、 メトキシベンジル基、ジメトキシベンジル基、又はハロ ゲノベンジル基等から選ばれる1個又は2個以上、好ま しくは1個の置換基を挙げることができる。 ハロゲノフ ェニル基としてはクロルフェニル基、ハロゲノベンジル 基としてはクロルベンジル基などを用いることができ

【0015】R¹及びR²が示すシクロアルキル基としては、好ましくは炭素数3から5のシクロアルキル基、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、及びシクロペンチル基を用いることができる。上記シクロアルキル基に結合する置換基としては、例えば、ハロゲン原子等を挙げることができる。R¹とR²とが一緒になって形成する環としては、5ないし8員環、好ましくは6又は7員環を挙げることができ、例えば、シクロヘキサン環、ベンゼン環またはシクロヘプタン環等を用いることができる。R¹及びR²の組み合わせとしては、R¹が水素原子であり、R²が置換基を有することもあるアルキル基又は置換基を有することもあるシクロアルキル基である場合が好ましい。

【0016】Aは置換基を有することもあるフェニル基、置換基を有することもあるピリジル基、置換基を有することもあるインゾフラニル基、置換基を有することもあるベンゾフラニル基、置換基を有することもあるベンゾ「b] チエニル基、置換基を有することもあるベンゾオキサゾリル基、置換基を有することもあるベンゾチアゾリル基、置換基を有することもあるペンゾチアゾリル基、置換基を有することもあるペンゾトリアジニル基、置換基を有することもあるペンゾトリアジニル基、または置換基を有することもあるインゾトリアジニル基を意味する。置換基としては1個又は2個以上、好ましくは1個のハロゲン原子を用いることができる。Aが置換基を有することもあるフェニル基であることが好ましい。

 する。これらのうち、基-NR3 CO-が好ましい。上 記の基において、R3 、R4 、R5 、R6 及びR 7は、 それぞれ、水素原子、水酸基、または置換基を有するこ ともあるアルキル基を意味している。アルキル基として は、好ましくは、炭素数1から8の直鎖状若しくは分枝 鎖状のアルキル基、より好ましくは炭素数1から5の直 鎖状若しくは分枝鎖状のアルキル基を用いることができ る。例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ ロピル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、又はペン チル基等を用いることができる。上記のアルキル基は、 例えば、ハロゲン原子、置換基を有することもあるフェ ニル基、カルボキシル基、またはアルコキシカルボニル 基等から選ばれる1個又は2個以上の置換基、好ましく は1個の置換基を有していてもよい。R3、R4、 R⁵ 、R⁶ 及びR⁷ はそれぞれ水素原子であることがが 好ましい。

【0018】R8 は、シアノ基、カルボキシル基、また は置換基を有することもあるアルコキシカルボニル基を 意味する。アルコキシカルボニル基としては、メトキシ カルボニル基、エトキシカルボニル基、または4-メト キシベンジルカルボニル基を挙げることができる。R⁹ 及びR10はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、 置換基を有することもあるアルキル基、置換基を有する こともあるシクロアルキル基、置換基を有することもあ るアリール基、またはR9 及びR10が一緒になって形成 する環を意味する。シクロアルキル基としては、好まし くは炭素数3から5のシクロアルキル基、例えばシクロ プロピル基、シクロブチル基、及びシクロペンチル基を 用いることができる。上記シクロアルキル基に結合する 置換基としては、例えば、ハロゲン原子等を挙げること ができる。R9 及びR10が一緒になって形成する環とし ては、5ないし8員環、好ましくは6又は7員環を挙げ ることができ、例えば、シクロヘキサン環、ベンゼン環 またはシクロヘプタン環等を用いることができる。アリ ール基としてはフェニル基などを用いることができ、ア リール基上の置換基としては、例えば、ハロゲン原子等 を用いることができる。R9 及びR10が水素原子である ことが好ましい。

【0019】G² は置換基を有することもあるフェニル基、置換基を有することもあるピリジル基、置換基を有することもあるイソオキサゾリル基、置換基を有することもあるイソオキサゾリル基、置換基を有することもあるチエニル基、置換基を有することもあるピリミジニル基、基一CHR¹¹-CHR¹²-、または基一CR¹³=CR¹⁴-(CR¹⁵=CR¹⁶) yーを意味する。上記フェニル基などに存在する置換基の個数は特に限定されず、1個又は2個以上の置換基が存在していてもよい。特に、上記フェニル基については、2個以上の置換基が存在していることが好ましい場合もある。このような置換基は、例えば、ハロゲン原子、ニトロ基、置換基を有することもあ

るアミノ基、置換基を有することもあるアルキル基、置換基を有することもあるアルケニル基、置換基を有することもあるアルキニル基、水酸基、置換基を有することもあるアルコキシル基、置換基を有することもあるアルキルまたはアリールチオ基、置換基を有することもあるアルキルまたはアリールスルホニル基、置換基を有することもあるアルキンルボキシル基、または置換基を有することもあるアルコキシカルボニル基などから選ばれる。R¹¹及びR¹²が一緒になって形成する環としては、例えば、炭素数3から6の環状アルキル基を挙げることができ、具体的には、シクロプロパン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、又はシクロヘキセン環などを好適に用いることができる。

【0020】上記の基において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵、及びR¹⁶はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、置換基を有することもあるアルキル基、または置換基を有することもあるアリール基、R¹³とR¹⁴とが一緒になって形成する環を意味する。R¹³及びR¹⁴は水素原子、ハロゲン原子、又は置換基を有することもあるアルキル基であることが好ましく、R¹⁵、及びR¹⁶は水素原子であることが好ましい。R¹³とR¹⁴とが一緒になって、またはR¹⁵とR¹⁶とが一緒になって形成する環としては、シクロプロパン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンチン環、アはシクロペキセン環などを挙げることができる。yは0から3の整数を意味し、好ましくは0または1である。

【0021】式(1)においてm及びnは、0または1 の整数を意味する。m及び/又はnがOの場合には、G 1 及び/又はG² は単結合を示す。Qはカルボキシル 基、置換基を有することもあるアルコキシカルボニル 基、-CONH-(5-テトラゾリル)基、置換基を有 することもある5ーテトラゾリル基、置換基を有するこ ともある1、2、3-トリアゾリル基、置換基を有する こともある2,4-ジオキソチアゾリジン-5-イリデ ニル基、置換基を有することもある4-オキソー2-チ オキソチアゾリジンー5ーイリデニル基、置換基を有す ることもある5ーオキソー4ーテトラゾリル基、置換基 を有することもある3-(5-オキソ)-[1,2, 4] オキサジアゾリジニル基、置換基を有することもあ る2-(3,5-ジオキソ)-[1,2,4]オキサジ アゾリニル基、置換基を有することもある5-(3-オ キソ) - [1, 2, 4] オキサジアゾリジニル基、また は置換基を有することもある3-(5-オキソ)-イソ オキサゾリジル基を意味するが、これらのうち、5ーテ トラゾリル基が好ましい。

【0022】式(1)の化合物においてR¹ 及びR³ は 水紫原子であることが好ましい。Aはフェニル基である ことが好ましく、Aを介して2-エチニルチアゾリル基 と基 $-(G^1)m-(G^2)n-Q$ とがメタ配置で結合し ていることが好ましい。Qは5ーテトラゾリル基である ことが好ましい。mが1のとき、G1 が基-NR3 CO ーであることが好ましく、nが1のとき、G2 がフェニ ル基であることが好ましい。G2 がフェニル基を示す場 合、フェニル基上には1個の置換基又は2個以上の置換 基が存在していてもよいが、2個以上の置換基が存在す る場合にはそれらは同一でも異なっていてもよい。フェ ニル基上の置換基としては、例えば、フッ素原子、塩素 原子等のハロゲン原子:メチル基、エチル基、プロピル 基、nーブチル基、イソブチル基、ヒドロキシメチル 基、アセトキシメチル基、1-プロペニル基、2-プロ ペニル基、エチニル基、又は1-プロピニル基等のアル キル基、アルケニル基、又はアルキニル基; エトキシル 基、nープロポキシル基、nーブトキシル基、イソブト キシル基、2-フルオロエトキシル基、2,2,2-ト リフルオロエトキシル基、フェノキシル基、ベンジルオ キシ基等のアルコキシル基;エチルチオ基、n-プロピ ルチオ基、ブチルチオ基、ベンジルチオ基、2-ヒドロ キシエチルチオ基などのアルキルチオ基、及びこれらの アルキルチオ基の硫黄原子を酸化して得られるアルキル スルフォニル基:メチルアミノ基、n-ブチルアミノ基 等のアルキルアミノ基等を用いることができる。

【0023】R² としてはシクロブチル、イソプロピル、tertーブチル、又はシクロププロピル基が好ましい。Aが置換基を有するフェニル基である場合、該置換基としてはフッ素原子が好ましい。A及びG² がそれぞれ置換基を有するフェニル基を示す場合、それぞれのフェニル基上の置換基を種々組み合わせて得られる化合物はいずれも本発明の化合物の範囲に包含されることはいうまでもない。

【0024】本発明の好ましい化合物として、5-(3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ (1, 1) - (4-イソプロピル-2-チアゾリル)エチニル)フ ェニル) -1H-テトラゾール; 5-(3-(2-(4 ーシクロプロピルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ (μ) - 1H-テトラゾール; 5-(3-(2-(4-n) ープロピルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)ー 1H-テトラゾール; 5-(3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル)エチニル)-2ーフルオロフェ ニル) -1H-テトラゾール; 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー6ーフル オロフェニル) -1H-テトラゾール; 5-(3-(2) - (4-イソプロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾール;5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル) -2-メチルフェニル) -1H-テトラゾー ル;5-(3-(2-クロロ-2-(4-シクロブチル -2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テト 【0025】また、さらに好ましい化合物として、式 (1)中のm及 \tilde{U} nが1であり、A及 \tilde{U} G²がフェニル 基である化合物、例えば、N-(4-(1H-テトラゾ ールー5ーイル)フェニルー3ー(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル) エチニル) ベンズアミド; N-(3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル-3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル) ベンズアミド; N-(2-メトキシ-4-(1H-テトラゾールー5ーイル)フェニル)-3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ベンズア ミド; N-(2-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル -2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド: N-(2 -フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)フ ェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ リル) エチニル) ベンズアミド: N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニ ル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズア ミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル)エチニル)-6-フルオロフェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル) -6-フルオロフェニル) -2-フルオロ-4 - (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: N -(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル)フェニル)-3-メチル-4-(1H-テト ラゾールー5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェ ニル) -3-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5 ーイル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-ter t-ブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチルー 2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-クロロー 4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド;

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -2-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル) -2-メトキシ-4-(1H-テトラゾ ール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5 -イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロ ブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-アミノー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)ベンズ アミド: N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル) エチニル) フェニル) -4-(1H-テトラ ゾールー5-イル)-2-ビニルベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオロメトキシベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)-2-ヒドロキシー4-(1H-テ トラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2) - (4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フ ェニル) -2, 6-ジフルオロ-4-(1H-テトラゾールー5-イル) ベンズアミド; 及びN-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェ 5-イル)ベンズアミド等を挙げることができる。上記 化合物のR² 部分であるシクロブチル基をシクロプロピ ル基、イソプロピル基、tert‐ブチル基等に置換し た化合物も同様に本発明の好ましい化合物である。

【0026】さらに、同様に製造可能な化合物として、 例えば、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -2-クロロー4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズ アミド: N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル)エチニル)-6-フルオロフェニル)-2-ヒドロキシー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)ベ ンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)ー6ーフルオロフェニル)ー 2-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベ ンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -2-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5-イ ルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーフルオロフェニ ル)-2-メチルスルフィニル-4-(1H-テトラゾ ール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4 -シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-6-フ ルオロフェニル) -2-メチルアミノ-4-(1H-テ トラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2 - (4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-

6-フルオロフェニル)-2-アミノ-4-(1H-テ トラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2 - (4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フルオロフェニル) -2-ブチルアミノ-4-(1 H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル) -6-フルオロフェニル) -2、6-ジクロロ-4 - (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N - (3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル)フェニル)-2-フルオロー6-ヒドロキシ -4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミ ド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-6-メチ ルアミノー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)ベン ズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-アミノ-6-フルオロー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)ベン ズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ブチルアミノ -6-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミド: N-(3-(2-(4-シクロブチ ルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フル オロー6ーメチルスルフィニルー4ー(1Hーテトラゾ $-\mu - 5 - 4\mu$) $\forall \nu \vec{x} \vec{r} \in \mathbb{N} - (3 - (2 - 4))$ ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-フルオロ-6-ヒドロキシメチル-4-(1 H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル)-2-(2-フルオロエトキシ)-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル) フェニル) -2-(2, 2, 2-トリフルオ ロ) エトキシ) -4-(1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチ ルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチ ルスルフィニルー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイ (N) (1) ベンズアミド: (N-(3-(2-(4-シ)))ルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー2ーnー ブチルアミノー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチルー 2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(2-ヒ ロロキシエチル)チオー4ー(1H-テトラゾールー5 -イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロ ブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-エチニルー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)ベン ズアミド: N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(1-プロペ ニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズ アミド: 及びN-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(2-プロ

ペニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド等を挙げることができる。上記化合物のR² 部分であるシクロブチル基をシクロプロピル基、イソプロピル基、tert-ブチル基等に置換した化合物についても、同様に合成可能な化合物である。

【0027】式(1)で表される本発明の化合物は、置換基の種類により、1個又は2個以上の不斉炭素を有する場合があるが、1個又は2個以上の不斉炭素に基づく光学的に純粋な任意の異性体、任意の光学異性体の混合物、又はラセミ体は、いずれも本発明の範囲に包含される。また、2個以上の不斉炭素に基づくジアステレオ異性体の任意の混合物も本発明の範囲に包含される。さらに、例えば、テトラゾール基などを有する本発明の化合物には互変異性体が存在する場合があるが、それぞれの互変異性体又はそれらの任意の混合物も本発明の範囲に包含されることを理解すべきである。本発明の化合物

は、置換基の種類によっては酸付加塩又は塩基付加塩を 形成する場合があり、さらに、遊離形態の化合物または その塩の形態の化合物が水和物又は溶媒和物として存在 する場合があるが、これらは全て本発明の範囲に包含さ れる。

【0028】本発明の化合物は、例えば、以下の[スキー $\Delta1$] から[スキー $\Delta8$] に従って合成することができる。式(1) で表される化合物は、[スキー $\Delta1$] に示すように、エチニルチアゾール類(2) と式(3) の化合物とのカップリング反応によって製造することができる(スキー Δ 中、 R^1 、 R^2 、A、 G^1 、 G^2 、Q、m、及びn は前記と同義であり、L はポリフルオロスルフォニルアルコキシル基、または臭素若しくはヨウ素などの脱離基を表す)。

【化3】

[スキーム1]

【0029】[スキーム1] に示す2-エチニルチアゾ ール(2)は公知の方法で製造可能である。2-エチニ ルチアゾール(2)と化合物(3)とを、それ自体文献 公知の方法に従って、適宜の不活性溶媒中、例えばテト ラヒドロフラン若しくは1, 2-ジメトキシエタンなど の不活性エーテル系溶媒、トリエチルアミン若しくはジ イソプロピルアミンなどの有機アミン系溶媒、または N, N-ジメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中 で、0℃~溶媒の沸点の範囲の温度下でカップリングさ せることにより、式(1)の化合物を製造することがで きる。反応は、トリフェニルホスフィン及びヨウ化第一 銅の存在下または非存在下で行ってもよく、パラジウム [2] アセテート、テトラキス (トリフェニルホスフィ ン) パラジウム [0] またはビス (トリフェニルホスフ ィン) パラジウム [2] ジクロライドを触媒量、好まし くは0.1~10%モル程度の量添加してもよい。反応 を窒素またはアルゴン等の不活性気体の気流下で行うこ ともできる。

【0030】式(1)で示される化合物において、Qが 置換基を有することもあるアルコキシカルボニル基の場 合には、該化合物を酸性またはアルカリ加水分解に付す ることにより、対応の遊離カルボン酸型化合物に変換す ることができる。また、Qが環状の複素環基であって、 その環状に置換ベンジル基、または2-(トリメチルシ リル) エトキシメチル基などの保護基が置換基として存 在している場合には、これらの化合物を公知の脱保護反 応に付すことにより、Qが酸性の水素原子を有する遊離 形態の環状酸性基である化合物を製造することができ る。例えば、置換ベンジル基、4-メトキシベンジル基 が置換基として存在する場合には、生成するカチオンの スカベンジャーであるアニソールなどの存在下で、トリ フルオロ酢酸中で0℃から溶媒の沸点の温度の範囲、好 ましくは室温から溶媒の沸点温度の範囲で反応を行うこ とによって置換ベンジル基や4-メトキシベンジル基を 除去することができる。また、複素環上に2-(トリメ チルシリル) エトキシメチル基などを保護基として有す る化合物は、例えばテトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒中で、テトラー n ーブチルアンモニウムフルオリドまたはセシウム・フルオリドで処理することにより、該保護基を除去することができる。この反応の際、等量の酢酸を加えてもよい。

【0031】以下の[スキーム2]には、上記反応に原

料化合物として用いられる2-エチニルチアゾール (2) の合成法を示した(スキーム中、 R^1 及び R^2 は 前記と同義であり、Xは塩素原子又は臭素原子を表す)。

【化4】

[スキーム2]

ハロゲノケトン類(5)[それ自体公知であるか、公知 の方法により化合物(4)から容易に製造でき、市販品 を入手可能な場合もある]と、市販品を入手可能なチオ アミド化合物 [エチル・チオオキザメート(6)]とを エチルアルコールなどの不活性アルコール系溶媒中また は酢酸中で0℃~溶媒の沸点の範囲の温度下に反応させ ることによって製造することができる。エステル体 (7)は公知の還元方法でアルコール体(8)に変換す ることができる。還元反応は、例えば水素化ホウ素ナト リウムなどの還元剤を用い、エチルアルコールなどの不 活性アルコール系溶媒中で、-20~50℃の範囲、好 ましくは0℃~室温下に行うことができる。アルコール 体(8)は1級水酸基をアルデヒドに酸化する公知の方 法に従ってアルデヒド体(9)に変換できる。この酸化 反応は、例えば、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化 炭化水素系溶媒中で、-78℃~溶媒の沸点の範囲、好 ましくは-78℃~室温下にクロム酸類を用いた酸化ま たはスワーン (Swern)酸化等を行うか、トルエン などの不活性炭化水素系溶媒中またはアセトンなどの不 活性ケトン系溶媒中で、0℃~溶媒の沸点の範囲、好ま しくは室温~溶媒の沸点の範囲の温度下に活性二酸化マ

【0032】2-チアゾールエステル類(7)は、2-

ンガンと処理することにより行うことができる。

【0033】2-エチニルチアゾール(2)はアルデヒド体(9)から次の方法で合成することもできる。リチウムジイソプロピルアミドまたはリチウムへキサメチルジシラジドを塩基として用い、テトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒中でトリメチルシリルジアゾメタンまたはジアゾメタンを-100℃~-20℃、好ましくは-50℃以下で処理することによってジアゾメタン類のカルバニオンを生成させる。このカルバニオンを含む溶液に2-チアゾールカルバルデヒド(9)を好ましくは-50℃以下の温度で加え、ついで0℃~室温に昇温することによって転位成績体である2-エチニルチアゾール(2)を得ることができる。

【0034】別法として、2-エチニルチアゾール

(2)を次のように合成してもよい。文献記載の方法に従い、2ーチアゾールカルバルデヒド(9)を、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒中で、例えば、四臭化炭素及びトリフェニルホスフィン等のリン試薬と-20℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃度~室温下に反応させることにより、1,1ージブロモー2-(2ーチアゾリル)エチレン体(10)を得ることができる。ついで、化合物(10)をテトラヒドロフラ

ンなどの不活性エーテル系溶媒中で、-78℃~室温、好ましくは-78~0℃の範囲の温度下に、1.8~3等量程度のn-ブチルリチウムなどの有機アルキルリチウムと処理した後、-78~30℃の範囲、好ましくは0℃以下の低温下に希塩酸などの希鉱酸または飽和塩化アンモニウム水溶液等で中和することにより2-エチニルチアゾール(2)を得ることができる。

【0035】[スキーム1]に用いられる化合物(3)

は、下記 [スキーム3] に示すように、化合物(11) の R^{17} をQに変換する方法によって合成することができる(スキーム中、A、 G^1 、 G^2 、Q、m、n、Qびしは前記と同義であり、 R^{17} はシアノ基、ホルミル基、アセチル基、カルボキシル基、カルバモイル基、ヒドロキルアミノ基、またはアミノ基を表す。)

【化5】

[スキーム3]

L-A-
$$(G^1)_m$$
- $(G^2)_n$ - R^{17} L-A- $(G^1)_m$ - $(G^2)_n$ -Q
(11) (3)

【0036】下記 [スキーム3A] には、「スキーム3] に従う反応の具体的例示として、Aがフェニル基、m及びnが0、Lが臭素原子、 R^{17} がシアノ基である化合物(11a)から、Qが4-メトキシベンジル基又は2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基を保護基として有するテトラゾリル基である化合物(3b)、及びLがヨウ素原子である化合物(3c)を合成する方法を

示す (スキーム中、R¹⁸は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、置換基を有するアルキル基、置換基を有するアルコキシ基、またはアルコキシカルボニル基を示し、R¹⁹は4-メトキシベンジル基又は2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基を意味する。)。

【化6】

[スキーム3A]

【0037】ベンゾニトリル体(11a)はそれ自体公知であるか、又は公知の方法により製造でき、シアノ基をテトラゾリル基に変換する公知の反応に従って、ベンゾニトリル体(11a)からテトラゾール体(3a)を製造することができる。例えば、N,Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、ベンゾニトリル体(11a)をアルミニウムアジドまたはアンモニウムアジドと例えば室温~溶媒の沸点の範囲の温度下に処理することによりテトラゾール体(3a)を得ることができる。上記反応に用いられるアルミニウムアジド又はアンモニウムアジドは、公知の方法に従い、ナトリウムアジ

ドを塩化アルミニウム、又は塩化アンモニウム、ピリジン塩酸塩などの4級アンモニウム塩で処理することにより容易に調製することができる。

【0038】テトラゾール体(3a)は、次のカップリング反応を行うために好適な保護基を導入しておくことが好ましい。保護基としては先に説明した置換ベンジル基、または2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基が好ましい。保護基の導入の反応条件は以下のとおりである。例えば、テトラゾール体(3a)をN, Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、例えば炭酸カリウムの無機塩基の存在下に、4-メトキシベンジ

ルクロリドまたは2-(トリメチルシリル)エトキシメチルクロリドと0℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは室温から80℃の範囲の温度で処理することによって保護基を導入することができる。一般的に、テトラゾリル基のアルキル化は1位置換体と2位置換体との混合物を与えるが、両者はシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーによって分離することができる。化合物(3)の脱離基としてはヨウ素原子が好ましく、公知の方法に従って、化合物(3b)の臭素原子をヨウ素原子に変換することにより化合物(3c)を得ることができる。例えば、N,Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性答媒中で、化合物(3b)をヨウ化第一銅及びヨウ化カリウムと好ましくは80℃から溶媒の沸点の範囲の温度で加熱することにより化合物(3c)を製造することができる。

【0039】下記の[スキーム4]には、化合物(1

2)からG¹を完成させることによって化合物(3d)を合成する方法を示す。また、[スキーム4A]には、Aがフェニル基である化合物(12a)から、Qが保護基として4-メトキシベンジル基又は2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基を有する5-テトラゾール基である化合物(3d)を合成する方法を示した[スキーム中、L、A、G¹、G²、n、Q及びR¹⁸は前記と同義であり、mは1であり、R²⁰はホルミル基、アセチル基、カルボキシル基、N-メトキシーN-メチルカルバモイル基、置換基を有することもあるアミノ基、チオール基、又はクロルスルフォニル基を表し、R²¹は4-メトキシベンジル基または2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基を表す。]。

【0040】 【化7】

[スキーム4]

【0042】 R^{20} がホルミル基またはアセチル基であるベンズアルデヒド誘導体又はアセトフェノン誘導体(12a)から、 G^1 が基 $-CR^9$ = CR^{10} - である化合物(3e)(R^9 及び R^{10} は前記と同義である。)を合成するには、Wittig反応又はHorner-Wadsworth-Emmons反応によってベンズアルデヒド誘導体又はアセトフェノン誘導体(<math>12a)のカルボニル基から G^1 を形成した後、末端シアノ基を同様にテトラゾリル基に変換し、保護基として4-メトキシベンジル基又は2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基などを導入すればよい。 G^1 が基-(C=O) - または基-($C=CHR^8$) - である式(3e)の化合物は、 R^{20} がN-メトキシ-N-メチルカルバモイル基である化合物(12a)から合成できる(R^8 は前記と同義である。)。

【0043】R²⁰がNーメトキシーNーメチルカルバモイル基である化合物(12a)は対応するベンゾイルクロリドと、市販品を入手可能なN、Oージメチルヒドロキシルアミン塩酸塩とから公知の方法で容易に調製することができる。この化合物と文献記載の方法で製造した1ー(4ーメトキベンジル)ー1Hーテトラゾールとを、テトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒中でローブチルリチウムなどの有機アルキルリチウムとー100℃〜室温の範囲の温度で処理し、ついで低温下に希塩酸などの希鉱酸または飽和塩化アンモニウム水溶液等で中和処理することにより化合物(3e)を調製できる。さらに、化合物(3)が有するカルボニル基を、種々のWittig反応試薬、またはHornerーWadsworthーEmmons反応試薬を用いて処理することにより、基ー(C=CHR8)ーを有する化合物

(3e)を製造することができる。

【0044】G1 が基-NR4 -である化合物(3e) (R4 は前記と同義である。)は、R20が置換基を有す ることもあるアミノ基であるアニリン誘導体(12a) を、ブロムシアン等のシアノ化の試薬で基-NR4 -C Nとした後、前記と同様にしてシアノ基のテトラゾール 化と保護基の導入とを行うことにより製造することがで きる。また、G1 が基-NR3 CO-である化合物(3 e) (R³ は前記と同義である。)は、R²⁰が置換基を 有することもあるアミノ基であるアニリン誘導体(12 a)を置換基を有することもあるシアノベンゾイルクロ リド誘導体と縮合してG1 の基-NR3 CO-を形成し た後、同様にシアノ基のテトラゾール化と保護基の導入 とを行うことにより製造することができる。さらに、G 1 が基-NR⁵ SO₂ -である化合物(3e)(R⁵ は 前記と同義である。)は、R20が置換基を有することも あるアミノ基であるアニリン誘導体(12a)を置換基 を有することもあるシアノベンゼンスルフォニルクロリ ド誘導体と縮合してG¹ の基-NR⁵ SO₂ -を形成し た後、同様にシアノ基のテトラゾール化と保護基の導入 とを行うことにより製造することができる。

【0045】上記の反応で用いるアニリン誘導体(12a)は、市販品を入手可能であるか、又はニトロベンゼン誘導体の還元により容易に製造することが可能である。また、安息香酸誘導体をCurtius転位反応に付することによっても製造可能である。例えば、第3-ブチルアルコール中で、またはさらにトルエンなどの不活性芳香族炭化水素系溶媒を組み合わせた混合溶媒中で、トリエチルアミンなどの有機アミン系塩基の存在下に安息香酸誘導体をジフェニルフォスフォリルアジド等の酸アジド化試薬と0℃から溶媒の沸点の範囲で、好ましくは室温から溶媒の沸点の範囲の温度で反応させることにより、Curtius反応成績体であるアシルアミノ体を得ることができる。このアシルアミノ体を塩またはトリフルオロ酢酸等の酸で処理することによってアニリン誘導体(12a)に導くことができる。

【0046】置換基を有することもあるアルキル基をもつアルキルアニリン誘導体(モノ置換アニリン、12 a)は、N,Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、一級アミンであるアニリン誘導体を炭酸カ リウム等の塩基の存在下にブロモ酢酸エステル類等の活性ハライドと反応させることによって直接製造することが可能である。また、一級アミンであるアニリン誘導体を無水トリフルオロ酢酸を用いてトリフルオロアセチル化した後、炭酸カリウム等の塩基の存在下に置換基を有することもあるアルキルハライド、好ましくはイオド体と反応させ、さらに脱トリフルオロアセチル化を行うことによってもモノ置換アニリン誘導体(12a)を製造することが可能である。さらに、R²⁰が置換基を有することが可能である。さらに、R²⁰が置換基を有することもあるアルキル基で、その置換基が水酸基であるNーヒドロキシアニリン誘導体(12a)は、ニトロベンゼン誘導体を含水エタノール中で塩化アンモニウムの存在下に亜鉛末還元を行うことによって調製することができる。

【0047】G1 が酸素原子または硫黄原子である化合 物(3a)は、R20が-SH若しくは-OHであるベン ゼンチオール誘導体またはフェノール誘導体(12a) から合成できる。例えば、テトラヒドロフランなどの不 活性エーテル系溶媒中で、上記の1-(4-メトキベン ジル)-1H-テトラゾールを、臭素またはヨウ素の共 存下にリチウムジイソプロピルアミドまたはリチウムへ キサメチルジシラジドと−100℃〜室温の範囲の温度 で処理することにより、5位に臭素またはヨウ素原子を 有する1-(4-メトキベンジル)-1H-テトラゾー ル誘導体を製造することができる。この5-ブロモー又 は5-イオド-1-(4-メトキベンジル)-1H-テ トラゾールを、N, N-ジメチルホルムアミドなどの不 活性極性溶媒中で、ベンゼンチオール誘導体またはフェ ノール誘導体(12a)と炭酸カリウムなどの無機塩基 またはトリエチルアミンなどの有機アミンの存在下に処 理して化合物(3d)を合成することができる。

【0048】 [スキーム5] には、化合物(13)から G^2 を完成させることによって化合物(3f)を合成するスキームを示した(スキーム中、L、A、 G^1 、 G^2 、m、Q、及び R^{18} は前記と同義であり、nは1であり、 R^{22} は置換基を有することあるエチニル基、アミノ基、チオカルバモイル基、ブロモアセチル基、又はクロロアセチル基を表す。)。

[0049]

【化9】

[スキーム 5]

L-A- $(G^1)_m$ -R²² L-A- $(G^1)_m$ -G²-Q
(13) (3f)

【0050】 R^{22} が置換基を有することもあるエチニル基であり、mが0であるエチニルベンゼン誘導体(13)から、 G^2 がイソオキサゾリル基である化合物

(3)を合成することができる。原料化合物となるエチニルベンゼン誘導体(13)は、エチル・プロピオル酸とアリールハライド、好ましくはイオドベンゼン誘導体

とから、前記の有機パラジウム(0価又は2価)触媒を用いたカップリング反応によって製造することができる。トルエンなどの不活性炭化水素系溶媒中、またはテトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒中でアルキルニトロ化合物をイソシアン酸フェニルなどの脱水剤で処理してニトリルオキシドを生成させた後、このニトリルオキシドを上記エチニルベンゼン誘導体(13)と反応させることにより、[2+3]環化付加体であるイソオキサゾール誘導体(3f)を製造することができる。R²²がアミノ基であり、mが0であるアニリン誘導体(13)から、G²がピリミジニル基である化合物(3f)は、N-(カルボメトキシ)-メトキシメチレンアセタミド誘導体とアニリン誘導体(13)とを、例えばトルエンまたはキシレンなどの高沸点炭化水素系溶媒中で、好ましくは100℃から溶媒の沸点の範囲の温

度で加熱してピリミジン環を形成させ、さらにシアノ基を上記の方法に従ってテトラゾリル基に変換することによって製造することができる。

【0051】 [スキーム6] には、三重結合部分の形成 工程を含む式(1)の化合物の製造方法の例示として、 2-ブロモチアゾール誘導体(14)から三重結合部分 を形成することによって、m及び nが0であるエチニルチアゾール誘導体(1a)を合成するスキームを示した(スキーム中、 R^1 、 R^2 、A、及びQは前記と同義であり、 R^{23} はアルコキシカルボニル基またはN-メトキシーN-メチルカルバモイル基等の活性アミドを表す。)

[0052]

【化10】

[スキーム6]

【0053】市販品を入手可能であるか、それ自体が公 知または公知の方法で製造可能な2-ブロモチアゾール 誘導体(14)(例えば、公知のハロケトン類とチオ尿 素との脱水縮合により容易に得られる2-アミノチアゾ ール類から、文献記載の方法に従って、ジアゾニウム塩 を経由したSandmeyer反応によるブロム化によ って製造可能である)を、テトラヒドロフランなどの不 活性エーテル系溶媒中で、-78℃~室温、好ましくは -78~0℃の範囲の温度下に1.8~3等量のn-ブ チルリチウムなどのアルキルリチウムまたはメチルマグ ネシウムプロミド等のグリニャー試薬と処理するメタル 交換反応に付し、ついで、化合物(15)と、例えば-78~30℃の範囲、好ましくは0℃から室温の範囲の 低温下に反応させ、その後、0℃以下の温度で希塩酸な どの希鉱酸または飽和塩化アンモニウム水溶液等で中和 することにより、対応の2-(1-オキソエチル)チア ゾール (16)を製造することができる。続いて、2-(1-オキソエチル)チアゾール (16)を1,2-二塩化エチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒に溶解し、-10℃~室温の範囲の温度下にトリフェニルフォスフィンオキシド及びトリフルオロメタンスルフォン酸無水物を加え、この混合物を-10℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは室温から溶媒の沸点の範囲の温度で反応させることによって、目的のエチニルチアゾール(1b)を製造することができる。

【0054】 [スキーム7] には、化合物(17)から Qを完成させることによって式(1)の化合物を合成する方法を示した(スキーム中、 R^1 、 R^2 、A、 G^1 、 G^2 、m、n、及びQは前記と同義であり、 R^{24} はホルミル基、カルボキシル基、またはシアノ基を表す。)。 【4111】

[スキーム7]

【0055】[スキーム7]に従って、R²⁴がシアノ基である化合物(17)からQがテトラゾリル基である化合物(1)を製造するには、[スキーム1]に示した方法に従ってエチニルチアゾール(2)とアリールハライドとをカップリングさせてR²⁴がシアノ基である化合物(17)を製造した後、この化合物(17)をN、Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒に溶解し、塩化アルミニウムなどのルイス酸の存在下でナトリウムアジドと0℃~溶媒の沸点の範囲の温度下に処理するか、またはピリジン若しくは2、6ールチジンのトリフルオロ酢酸塩、または塩化アンモニウムなどの四級アンモニウム塩及びナトリウムアジドと室温から溶媒の沸点

の範囲で処理すればよい。

【0056】式 (1) の化合物は、[スキーム8] に示すように、 G^1 を完成することによっても製造することができる(スキーム中、 R^1 、 R^2 、n、及びQは前記と同義であり、mは1 であり、 R^{25} はカルボキシル基、または置換基を有することもあるアミノ基を表し、 R^{26} は置換を有することもあるアミノ基、カルボキシル基、またはクロロスルフォニル基を表し、 R^{27} は水酸基またはアルコキシ基を表す。)。

【0057】 【化12】

[スキーム8]

【0058】R²⁵がカルボキシル基であり、Aがフェニル基である安息香酸誘導体(18)から、G¹が-CONR⁴ーであり(R⁴は前記と同義である。)、Qがテトラゾリル基である化合物(1b)を製造するには、[スキーム1]に示したカップリング反応に従って、イオド安息香酸エステルとエチニルチアゾールとをカップリングさせて安息香酸誘導体(18)を製造し、さらにエステル部をアルカリ加水分解した後、塩酸等の鉱酸を添加して中和処理すればよい。この安息香酸誘導体(18)を、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒、トルエンなどの不活性炭化水素系溶媒、テトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒、またはN,Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カル

ボジイミド塩酸塩、N, N'ージシクロヘキシルカルボジイミド、N, N'ーカルボニルジイミダゾール、又はそれらの同類物である縮合剤を用いて、一20℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃~室温の範囲の温度下にR²⁶がアミノ基であるアミノ体(19)と反応させることにより、化合物(1b)を調製することができる。【0059】また、別法として、トルエンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒または塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒中で、化合物(18)を塩化チオニルなどのクロル化剤及びその同類物を用いて室温から溶媒の沸点の範囲で反応させて化合物(18)の酸クロリド体を調製することができる。この酸クロリド体を、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒、トルエンなどの不活性炭化水素系溶媒、またはテトラヒド

ロフランなどの不活性エーテル系溶媒中で、必要に応じ てトリエチルアミンまたはピリジンなどの有機塩基また は酢酸ナトリウムなどの無機塩基の存在下で、市販品を 入手可能であるか、または公知の方法で製造可能なアミ ノ誘導体(19)と-10℃~溶媒の沸点の範囲、好ま しくは0℃〜室温の範囲の温度下に反応させることによ り、対応の化合物(1d)に変換することができる。 【0060】R24が置換基を有することもあるアミノ基 であり、Aがフェニル基であるアニリン誘導体(18) から、G1 が基-NR3 CO-または基-NR5 SO, -であり(R³ およびR⁵ は、前記と同義である。)、 nがOであるか、またはnが1のときにはG2 が1また は2以上の置換基を有することもあるフェニル基であ り、かつ、Qがテトラゾリル基である化合物(1b)を 製造することができる。原料化合物として用いるアニリ ン誘導体(18)は、ヨードーニトロ安息香酸とエチニ ルチアゾールとから、[スキーム1]で示したカップリ ング反応を行った後、さらにニトロ基を公知の還元剤を 用いて還元することにより製造することができる。還元 剤として、例えば、塩化第1錫及びその同類物を用いる 場合は、エチルアルコールなどの不活性アルコール系溶 媒を用いて、0℃~溶媒の沸点の範囲で反応を行うこと ができる。また、錫や銅などの金属を還元剤として用い る場合には、希塩酸などの希釈した鉱酸、または希塩酸 等の鉱酸とジオキサンなどのエーテル系不活性溶媒との 混合溶媒中で、0℃~溶媒の沸点の範囲の温度下に反応 を行い、反応終了後、酸性溶液を弱アルカリ性にするこ とによってアニリン誘導体(18)を製造することがで きる。アニリン誘導体(18)と5ーテトラゾールカル ボン酸誘導体(19)(nが0の場合)または安息香酸 誘導体(19)(nが1の場合)との縮合反応は、テト ラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒、または N, N-ジメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中 で、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩、N, N'ージシクロヘキシルカ ルボジイミド、N, N'-カルボニルジイミダゾール、 又はそれらと同類物である縮合剤を用いて、−10℃~ 溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃~室温で行うことが でき、必要に応じて、例えばトリエチルアミンまたは4 - ジメチルアミノピリジンなどの有機塩基または酢酸ナ トリウムなどの無機塩基の存在下に行うことができ、対 応の化合物(1b)を得ることができる。

【0061】別法として、アニリン誘導体(18)を、 5-テトラゾールカルボン酸誘導体(19)(nが0の場合)、または安息香酸誘導体(19)(nが1の場合)とから導かれる酸クロリドと処理することにより、 G^1 の基-NR 3 CO-を完成させて化合物(1 b)に 変換することができる。また、 G^1 が-NR 5 SO $_2$ - である化合物(1 b)は、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒、テトラヒドロフランなどの不

活性エーテル系溶媒、またはN, N-ジメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、アニリン誘導体(18)を、トリエチルアミンまたはピリジン等の有機アミン類の存在下に、それ自体公知であるか、または市販品を入手可能なアリールスルフォニル・クロリド(19)と縮合して得ることができる。

【0062】R25が置換基を有することもあるアミノ基 である化合物(18)を、市販品を入手可能であるか、 または公知の方法で製造可能な環状酸無水物(20)で アシル化することにより、化合物(1c)を製造するこ ともできる。この方法は、化合物(1c)の G^1 、 G2 、及びQを一挙に合成する方法である [G1 は基-NR³ CO-であり、G² は基-CHR¹¹-CHR¹²-または基-CHR¹³=CHR¹⁴-(CR¹⁵=CR¹⁶) y ーであり、Qはカルボキシル基である(R3、R11、R 12、R13、R14、R15、R16及びyは前記と同義であ る)]。このアニリン誘導体(18)と環状酸無水物 (20)とを、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭 化水素系溶媒、トルエンなどの不活性炭化水素系溶媒、 またはテトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒 中で、-10℃~溶媒の沸点の範囲の温度下に、必要に 応じてトリエチルアミンなどの不活性有機アミン又は酢 酸ナトリウムなどの不活性無機塩基の存在下で反応さ せ、ついで、例えば希塩酸等の鉱酸を用いて中和するこ とにより対応の化合物(1c)を得ることができる。別 法として、アニリン誘導体(18)とモノカルボン酸モ ノエステル類(21)とを、塩化メチレンなどの不活性 ハロゲン化炭化水素系溶媒、テトラヒドロフランなどの 不活性エーテル系溶媒、またはN,Nージメチルホルム アミドなどの不活性極性溶媒中で、N,N'ージシクロ ヘキシルカルボジイミド、N,N'-カルボニルジイミ ダゾール、又はそれらの同類物である縮合剤を用いて、 -20℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃~室温で 縮合させ、ついで、エステルを加水分解することによっ て化合物(1c)を製造することができる。

【0063】式(1)で表される本発明の化合物は、強力なペプチドロイコトリエン拮抗作用、及びヒスタミンなどのメディエーターの遊離抑制作用を併せ持つことを特徴としており、医薬の有効成分として有用である。本発明の化合物からなる医薬は、例えば、ロイコトリエン及び/又は肥満細胞から放出されるヒスタミンが関与する各種疾患、好ましくはロイコトリエンの発現過剰及び/又はヒスタミンの遊離過多に起因する各種疾患、例えば、気管支喘息、肺アナフィラキシー、嚢胞性線維症、慢性気管支炎、気管支拡張症、呼吸窮迫症候群、肺浮腫、乾鮮、腎炎、アレルギー性鼻炎、又はアトピー性皮膚炎などの治療及び/又は予防に有用である。また、脳虚血に起因する脳浮腫や脳血管攣縮、冠血流量減少による狭心症、又は肝炎などの治療及び/又は予防にも有用である。

【0064】本発明の化合物を医薬として用いる場合、遊離形態の化合物のほか、生理学的に許容される塩の形態の化合物を用いてもよい。式(1)の化合物が5-テトラゾリル基やカルボキシル基等の酸性基を有する場合、一般的に塩基付加塩を形成することが可能である。生理学的に許容される塩としては有機塩類又は無機塩類の何れでもよく、その好適な例として、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、若しくはカリウム塩等のアルカリ金属塩、例えばマグネシウム塩若しくはカルシウム塩等のアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩若しくはトリエチルアミン塩、Nーメチルグルカミン塩、又はトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩等を挙げることができる。また、本発明の医薬としては、遊離形態の化合物若しくは塩の形態の化合物のほか、それらの水和物又は溶媒和物を用いてもよい。

【0065】式(1)の化合物若しくはその塩、又はそ れらの水和物若しくは溶媒和物を医薬としてヒトを含む 哺乳類に投与する場合、それらの物質自体を投与しても よいが、通常は、当業者に周知に方法に従って該物質を 有効成分として含む医薬組成物を調製して投与すること が好ましい。このような医薬組成物は経口的又は非経口 的に投与することができ、上記有効成分の物質以外に、 他の医薬の有効成分、例えば、抗ヒスタミン剤、キサン チン誘導体、ベータ(β)刺激薬、又は抗喘息ステロイ ド剤(例えばプレドニゾロン及びプレドニゾリン)など を配合することも可能である。経口投与に適する医薬組 成物の例としては、例えば、錠剤、散剤、顆粒剤、細粒 剤、カプセル剤、懸濁剤、溶液剤、シロップ剤、エリキ シル剤などを挙げることができる。非経口投与に適する 医薬組成物の例としては、例えば、静脈内注射剤、点滴 剤、直腸内投与用の座薬、点鼻剤、点耳剤、軟膏やクリ ーム剤などの局所外用薬、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、 エアロゾールや微細粉砕粉末または霧状溶液の形態の吸 入剤などを挙げることができる。

【0066】経口投与に適する医薬組成物の製造には、 例えば、タルク、澱粉、乳糖、又は他の生理的に許容し 得る製剤用担体を用いることができ、さらに、糖または 他の甘味料、風味料、着色料、粘着剤、又はその他の製 剤用添加物を用いてもよい。非経口的投与の場合、従来 汎用の液状媒体、例えば、注射用蒸留水、緩衝液、落花 生油などを用いて、溶液剤又は懸濁剤などを調製するこ とができる。エアロゾールとして投与する場合、それら を適した生理的に許容し得る溶媒、例えばエチルアルコ ールまたは混和性溶媒の組み合わせ中に溶解し、生理的 に許容し得るプロペラントと混合することができる。エ アロゾール用の医薬組成物は、使用のために加圧組成物 の放出に適したエアロゾールバルブを付けた加圧容器に 包装することが好ましく、該容器には。一動作により所 定の有効投薬量の医薬組成物を放出できるような計量バ ルブが備えられていることが好ましい。本発明の医薬の 投与量及び投与頻度などの投与計画は特に限定されず、 投与すべき有効成分の物質の活性の力価と持続時間、投 与経路、及び治療及び/又は予防の対象となる動物の重 度、年齢などに応じて適宜選択することが可能である。 例えば、式(1)の化合物又はそれらの塩を含む医薬組 成物の経口投与量は、1回の投薬または数回に分けた投 薬として、1日当たり有効成分量として約0.1mg~ 2000mg、好ましくは約0.1mg~約500mg の範囲である。

【0067】なお、本発明の化合物の用途はそれ自体が 医薬活性を有する医薬に限定されることはなく、合成中 間体やプロドラッグとしても有用である。例えば、上記 の酸性基部分に置換基としてアルキル基、ベンジル基、 アルコキシアルキル基、及びフェニルアルキル基などを 有する化合物は合成中間体として有用である。また、酸 性基部分に置換基として、例えば、アセトキシメチル 基、ピバロイルオキシメチル基、エトキシカルボニル 基、ジメチルアミノエチル基、又は5ーインダニル基な どを有する化合物は、プロドラッグとして用いることも 可能である。

[0068]

【実施例】以下、実施例によりさらに具体的に説明する が、これらは本発明の例示のために記載したものであ り、本発明の範囲をなんら制限するものではない。実施 例中の[IR]、[NMR]及び[MS]の記号は、各 々[赤外吸収スペクトル]、[核磁気共鳴スペクトル] 及び「質量分析」を意味する。クロマトグラフィーによ る分離の箇所に記載されている溶出溶媒の割合は体積比 を示す。[IR]はKBr打錠法で測定したものであ る。[NMR]は、[¹ H]-NMRを意味し、括弧内 の溶媒は測定溶媒を示し、全て内部標準物質としてテト ラメチルシラン (TMS)を用いた。なお、周知のよう に、例えば5-テトラゾリル基、4-[1, 2, 3]-トリアゾリル基、及び5-[1,2,3]-トリアゾリ ル基は互変異性の水素原子を有している。便宜上、これ らの基についての実施例中の表示は、それぞれ1 Hーテ トラゾールー5ーイル、1H-[1, 2, 3]-トリア ゾールー4-イル基、及び1H-[1,2,3]-トリ アゾール-5-イル基)で表した。

【0069】[参考例1] 4-シクロブチル-2-エ チニルチアゾール:

(工程1)エチル 4-シクロブチル-2-チアゾール カルボキシレートの合成

エチル チオオキザメート9g及びブロモメチルシクロブチルケトン11.96gをエタノール70m1中、2時間加熱還流した。冷却後、反応液を濃縮した。残渣に塩化メチレン200m1を加え、飽和炭酸水素ナトリウム、次いで飽和食塩水にて洗浄した。塩化メチレン層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、留去した。残留油状物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出

液: n-ヘキサン: 酢酸エチル=8:1) にて精製して 13.7gのエチル 4-シクロブチル-2-チアゾー ルカルボキシレートを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.4 3 (3H, t), 1.88 \sim 2.44 (6H,

m), 3.78(1H, quint), 4.48 (2H, q), 7.23(1H, s).

【0070】(工程2)4-シクロブチル-2-チアゾールメタノールの合成

エチル 4ーシクロブチルー2ーチアゾールカルボキシレート13.7gをエタノール60m1に溶解し、氷冷下に水素化ホウ素ナトリウム2.45gを徐々に加えた。反応液をさらに室温で8時間撹拌した。氷冷下、反応液に水を加え過剰の水素化ホウ素ナトリウムを分解した後、塩化メチレンにて抽出した。抽出液を飽和食塩水にて洗浄、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去し、4ーシクロブチルー2ーチアゾールメタノール8.39gを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $5\sim2.43$ (6H, m), 3.63 (1H,

m), 3.77(1H, br), 4.91(2 H, d), 6.86(1H, s).

【0071】(工程3)4-シクロブチルー2ーチアゾールカルバアルデヒドの合成

a法)二塩化オキザリル43.2gを塩化メチレン350mlに溶解し、撹拌下-70℃でジメチルスルフォキシド(以下DMSOと略す。)53.1gを滴下した。滴下終了後、同温度でさらに0.5時間撹拌した。この溶液中に4-シクロブチルー2-チアゾールメタノール28.8gの塩化メチレン100ml溶液を同温度で滴下した。滴下終了後、さらに1時間後、トリエチルアミン103gを加えた。反応液を室温まで昇温した後、水100mlを加えエーテル500mlにて2回抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、得られた残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4-シクロブチルー2-チアゾールカルバアルデヒド19.9gを淡黄色油状物として得た。

【0072】b法)4-シクロブチルー2ーチアゾールメタノール 1.18g及び活性二酸化マンガン1.21gをトルエン50ml中、4時間加熱還流した。冷却後、不溶物をセライトを用い、減圧下にろ別した。ろ液を減圧留去し、得られた残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4-シクロブチルー2ーチアゾールカルバアルデヒド800mgを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.9 2~2.48 (6H, m), 3.76 (1H, m),

7.35(1H, s), 9.99(1H, s). 【0073】(工程4) 1,1-ジブロモー2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチレンの合成 四臭化炭素3.97gを塩化メチレン50m1に溶解 し、-10℃でトリフェニルフォスフィン6.27gを 加えた。この溶液中に 4-シクロブチルー2ーチアゾ ールカルバアルデヒド1gの塩化メチレン5m1溶液を 同温度で滴下した。滴下終了後、反応液を室温に戻し た。反応液に飽和炭酸水素ナトリウムの水溶液を加えて 中和した後、クロロホルムにて抽出した。抽出液を無水 硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して得られ る油状物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィ - (溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)にて 精製し1, 1-ジブロモ-2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチレン1.9gを淡褐色油状物として 得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.8$ $9\sim2.41(6H, m), 3.68(1H, m), 7.02(1H, s), 7.95(1H, s).$

【0074】(工程5) 4ーシクロブチルー2ーエチ ニルチアゾールの合成

a法)1、1ージブロモー2ー(4ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチレン1.48gをテトラヒドロフラン(以下THFと略す。)20m1に溶解し、窒素気流下-70℃で撹拌下に、nーブチルリチウム(1.5Mのnーへキサン溶液)6.1m1を滴下した。滴下終了後、反応液を同温度でさらに1時間撹拌した。飽和塩化アンモニウム水溶液50m1を反応液に加えた後、室温に戻した。反応液を酢酸エチルで2回抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られる油状物を、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾール 546mgを淡褐色油状物として得た。

【0075】b法)ジイソプロピルアミン10.1gをTHF20m1に溶解し、窒素気流下-78℃で撹拌下に、n-ブチルリチウム(1.7Mのn-ヘキサン溶液)59m1を滴下した。反応液をさらに0℃で0.5時間撹拌した後、再び-78℃に冷却し、50m1のトリメチルシリルジアゾメタン(2Mのn-ヘキサン溶液)を内温-50℃以下に保ちながら滴下した。滴下終了後、反応液を-78℃で0.5時間撹拌した。その溶液に4-シクロブチル-2-チアゾールカルバアルデヒド15.8gのTHF100m1溶液を内温-50℃以下を保ちながら滴下した。反応液を-78℃で1時間撹拌した後、0℃で1時間、さらに室温で1時間撹拌した。反応液を300m1の氷及び飽和塩化アンモニウム水溶液中に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和

食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる油状物を、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4-シクロブチル-2-エチニルチアゾール11.1 gを淡褐色油状物として得た。NMR(400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.88~2.38(6H, m), 3.44(1H, s), 3.67(1H, m), 6.93(1H, s)

【0076】[参考例2] 2-エチニルベンゾチアゾ ール:

(工程1) 2-(2,2-ジブロモエテニル)ベンゾ チアゾールの合成

ベンゾチアゾールー2-カルバルデヒド2.00gを参 考例1の工程4と同様に処理し、n-ヘキサンから結晶 化させ2-(2,2-ジプロモエテニル)ベンゾチアゾ ール1.79gを結晶性粉末として得た。

融点102~103℃; NMR(400MHz, CDCl₃)δppm 7.44~7.48(1H,

m), 7.50~7.54(1H, m), 7.9 0~7.92(1H, m), 8.06(1H, s), 8.06~8.08(1H, m).

【0077】(工程2) 2-エチニルベンゾチアゾールの合成

2-(2,2-ジブロモエテニル) ベンゾチアゾール 1.75 gを参考例1 の工程5 のa 法と同様に処理し、 生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶出液:n-へキサン:酢酸エチル=10:1) にて 精製し、2-エチニルベンゾチアゾール0.63 gを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 7. 4 5~7. 49 (1H, m), 7. 51~7. 55 (1H, m), 7. 86~7. 88 (1H, m), 8. 07~8. 09 (1H, m).

【0078】[参考例3] 4-n-プロピルー2-エチニルチアゾール:4-n-プロピルー2-カルバルデヒド1.36gを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=10:1)にて精製し、4-n-プロピルー2-エチニルチアゾール0.73gを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 0.9 6 (3H, t), 1.74 (2H, m), 3.44 (2H, t), 6.92 (1H, s).

【0079】[参考例4] 4ーシクロプロピルー2ーエチニルチアゾール:4ーシクロプロピルー2ーカルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4ーシクロプロピルー2ーエチニルチアゾール0.73gを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 0.9

 $2\sim0.99$ (4H, m), 2.01 \sim 2.08 (1 H, m), 3.42 (1H, s), 6.88 (1H, s).

【0080】[参考例5] 4-イソプロピル-2-エチニルチアゾール:4-イソプロピル-2-カルバルデヒド参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-イソプロピル-2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR(400MHz,CDC l_3) δ ppm 1.3 2(6H,d),3.31(1H,m),3.44(1H,s),6.92(1H,s).【0081】[参考例6] 4-tert-ブチル-2-エチニルチアゾール:4-tert-ブチル-2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-tert-ブチル-2-エチニルチアゾールを

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.3$ 6 (9H, s), 3.43(1H, s), 6.94 (1H, s).

油状物として得た。

【0082】[参考例7] 4-イソプロピルー5-メチルー2-エチニルチアゾール:4-イソプロピルー5-メチルー2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-イソプロピルー5-メチルー2-エチニルチアゾールを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.2$ 7 (6H, d), 2.38(3H, s), 3.06 (1H, m), 3.39(1H, s).

【0083】[参考例8] 4-シクロペンチル-2-エチニルチアゾール: 4-シクロペンチル-2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-イソプロピル-2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.6 0~2.70(8H, m), 3.21(1H, m), 3.43(1H, s), 6.92(1H, s).

【0084】 [参考例9] 4ーシクロヘキシルー2ーエチニルチアゾール: 4ーシクロヘキシルー2ーカルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4ーシクロペンチルー2ーエチニルチアゾールをプリズム晶として得た。

融点 77~78℃; NMR(400MHz, CDC l₃)δppm 1.20~2.10(10H, m), 2.77(1H, m), 3.42(1H,

s), 6.89(1H, s); MS(EI)m/z 191(M⁺); 元素分析値 C₁₁H₁₃NSの計算値(%); C,69.06; H,6.85;

N; 7.32, 測定値(%); C,68.91; H,6.83;N,7.14.

11, 0. 35, 11, 1. 13. 【0085】[参考例10] 4-(メチルチオ)メチ ルー2-エチニルチアゾール: 4-(メチルチオ)メチルー2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-(メチルチオ)メチルー2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 2. 1 1 (3H, s), 3. 47 (1H, s), 3. 83 (2H, s), 7. 18 (1H, s).

【0086】[参考例11] 4-メトキシメチル-2-エチニルチアゾール:4-メトキシメチル-2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-メトキシメチル-2-エチニルチアゾールを淡赤褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 3. 4 7 (4H, s), 4.60(2H, s), 7. 27 (1H, s).

【0087】 [参考例12] 4ーメチルー2ーエチニルチアゾール:4ーメチルー2ーカルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4ーメチルー2ーエチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 2.4$ 7 (3H, s), 3.44(1H, s), 6.92 (1H, s).

【0088】 [参考例13] 4-イソブチルー2-エチニルチアゾール: 4-イソブチルー2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-イソブチルー2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 0.9$ 2 (6H, d), 2.08(1H, m), 2.64(2H, d), 3.44(1H, s),6.90(1H, s).

【0089】 [参考例14] 4-エチル-2-エチニルチアゾール:4-エチル-2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-エチル-2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.3$ 1 (3H, t), 2.82(2H, q), 3.44 (1H, s), 6.92(1H, s).

【0090】[参考例15] 4-n-オクチルー2-エチニルチアゾール:4-n-オクチルー2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-n-オクチルー2-エチニルチアゾールを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 0.8 7 (3H, t), 1.26 \sim 1.74 (12H, m), 2.77 (2H, t), 3.43 (1H, s), 6.90 (1H, s).

【0091】[参考例16] 4-シクロブチルー2-(2-(3-ニトロフェニル)エチニル)チアゾール:3-イオドニトロベンゼン519mg、ヨウ化第一銅4

0mg、テトラキス (トリフェニルフォスフィン) パラジウム [0]120mgにジイソプロピルアミン10m1を加え、窒素気流下、室温で撹拌下に4-シクロブチル-2-エチニルチアゾール340mgを加えた。反応液を室温でさらに1時間撹拌した。反応液を減圧留去して得られる油状物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4-シクロブチル-2-(2-(3-ニトロフェニル)エチニル)チアゾール502mgを淡黄色微細針状晶として得た。

融点 107~109℃; IR ν max c m-1 152 8; NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.90~2.44(6H, m), 3.71(1 H, quint), 7.02(1H, s), 7.57(1H, t), 7.89(1H, t), 8.24 (1H, ddd), 8.44 (1H, t); $MS(FAB) m/z 285(M^++1)$. 【0092】[参考例17] 3-(2-(4-シクロ ブチルー2ーチアゾリル) エチニル) アニリン:4ーシ クロブチルー2ー(2-(3-ニトロフェニル)エチニ ル) チアゾール500mg及び塩化錫(2水和物)1. 43gをエタノール10m1中、撹拌下に2時間加熱還 流した。冷却後、溶媒を留去した。得られる油状物に氷 冷下、4N水酸化ナトリウム水溶液を加えてアルカリ性 とした後、塩化メチレンで2回抽出した。合わせた塩化 メチレン層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウ ムにて乾燥した。溶媒を減圧留去して得られる油状物を シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出 液:クロロホルム:エチルアルコール=20:1)にて 精製し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) アニリン410mgを淡褐色油状物とし て得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.8 8~2.40 (6H, m), 3.69 (1H, quint), 6.71 (1H, ddd), 6.89 (1H, t), 6.93 (1H, s), 7.14 (1H, t).

【0093】[参考例18] エチル 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)安息香酸:エチル 3-ヨード安息香酸8.45g、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム[0]1.77g及び4-シクロブチル-2-エチニルチアゾール5gをジイソプロピルアミン100ml中、窒素気流下、室温で1時間撹拌した。反応液を減圧留去して得られる油状物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、エチル 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)安息香酸9.27gを淡褐色油状物として得た。

 $IR \nu max cm^{-1} 2220$; NMR (400MH

z, CDC1₃) δ ppm1. 41 (3H, t), 1. 91~2. 42 (6H, m), 3. 70 (1 H, quint), 4. 40 (2H, q), 6. 97 (1H, s), 7. 46 (1H, t), 7. 75 (1H, dt), 8. 06 (1H, d t), 8. 28 (1H, t); MS (FAB) m /z 312 (M+1).

【0094】[参考例19] 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)安息香酸:エチル3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)安息香酸9.28gをTHF100mlに溶解し、0.25N水酸化ナトリウム水溶液200mlを加え、室温で3時間撹拌した。反応液を氷冷撹拌下に1N塩酸100ml中に注いだ。析出した結晶を集め、水洗後、風乾した。得られた粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)安息香酸6.85gを淡黄色微細針状晶として得た。

【0095】[参考例20] エチル 1-(4-メト キシベンジル) ーテトラゾールー5ーカルボキシレー ト、及び エチル 2-(4-メトキシベンジル)ーテ トラゾールー5-カルボキシレート:2,6-ルチジン 22mlに氷冷撹拌下に、トリフルオロ酢酸4mlを加 えた。反応液にアジ化ナトリウム3.25g及びシアノ ギ酸 エチル エステル4.82gを加え、70~80 ℃で5時間撹拌した。冷却後、反応液を酢酸得エチル1 00m1で希釈し、析出した結晶をろ取した。この結晶 をN、N-ジメチルホルムアミド20m1に懸濁し、炭 酸カリウム2.64g及び4-メトキシベンジル クロ リド6.19gを加え、70~80℃で2時間撹拌し た。冷却後、反応液に水100m1を加え、トルエンで 抽出した。抽出液を水洗後、硫酸ナトリウムで乾燥し た。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いた カラムクロマトグラフィー (溶出液: n-ヘキサン:酢 酸エチル=2:1)にて精製し、1位:2位≒1:1の 混合物のエチル 1 and 2-(4-メトキシベン ジル) ーテトラゾールー5ーカルボキシレート11.7 gを油状物として得た。(両異性体はシリカゲルを用い たカラムクロマトグラフィーによって分離する事も可能 である。)

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.4$ 4 and 1.45 (3H, each t), 3.79 and 3.80 (3H, eachs), 4.51 and 4.52 (2H, each q), 5.78 and 5.86 (2H, each s), 6.86 and 6.89 (2H, each ch d), 7.35 and 7.38 (2H, each d).

【0096】 [参考例21] 1-(4-x)キシベンジル)-テトラゾール-5-カルボン酸、及び2-(4-x)キシベンジル)-テトラゾール-5-カルボン酸: エチル 1-(4-x)キシベンジル)-テトラゾール-5-カルボキシレートと エチル 2-(4-x)トキシベンジル)-テトラゾール-5-カルボキシレートの混合物 0.77g(1) 15m1 2m2 2m2 2m2 2m3 2m3

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.8 0 and 3.82 (3H, each s), 5.53 and 5.79 (2H, eachs), 6.89 and 6.92 (2H, each d), 7.27and 7.38 (2H, each d), 8.12 and 8.58 (1H, each s).

【0097】[実施例1] 5-(3-(2-(4-シ クロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 3-イオドベンゾニトリルの合成

3ーイオドベンズアミド10.38gを50m1のDM Fに溶解し、0℃で撹拌下に、4.7m1のオキシ塩化リンを滴下した。同温度で1時間撹拌後、反応液を500m1の氷水に注いだ。析出した結晶をろ取し、水洗した後、乾燥して3ーイオドベンゾニトリル9.23gをプリズム晶として得た。

融点 $35\sim37$ °C; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 7. 22 (1H, t), 7. 64 (1H, dt), 7. 95 (1H, dt), 7. 9 9 (1H, t).

【0098】(工程2) 3-(イオドフェニル)-1 H-テトラゾールの合成

アジ化ナトリウム33.35gをDMF150m1に懸濁し、0℃で撹拌下に塩化アルミニウム15.20gを徐々に加え、室温で1時間撹拌した。反応液に8.70gの3-ヨードベンゾニトリルを加え、90℃で3時間

撹拌した。冷却後、反応液を氷冷撹拌下に、1 N塩酸3 0 0 m 1 に注いだ。析出した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をクロロホルムーエタノールーn ー へキサンから再結晶し、3 - (イオドフェニル) - 1 H - テトラゾール9.34gを針状晶として得た。

融点 $170\sim172$ °; NMR (400MHz, D MSO-d₆) δ ppm7. 42(1H, dd), 7. 96(1H, d), 8. 06(1H, d), 8. 39(1H, s); MS(FAB) m/z 273(M*+1); 元素分析値 C_7 H₅ I N₄ の計算値(%) C, 30. 90; H, 1. 85; N, 21. 59, 測定値(%) C, 30. 56; H, 1. 89; N, 20. 69.

【0099】(工程3) 5-(3-イオドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール の合成

3- (イオドフェニル) -1 H-テトラゾール8.98 g及び炭酸カリウム6.91gを50mlのDMFに懸濁し、氷冷撹拌下に4-メトキシベンジル クロリドを滴下した。滴下終了後、反応液を室温で15時間撹拌した。反応液を300mlの水に注いぎ、析出した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。得られた粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶して5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール11.43gを得た。

NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 3.8 0 (3H, s), 5.73 (2H, s), 6.90 \sim 6.92 (2H, m), 7.20 (1H, t), 7.37 \sim 7.39 (2H, m), 7.7 8 (1H, dt), 8.10 (1H, dt), 8.48 (1H, t); MS (FAB) m/z 393 (M+1); 元素分析値 $C_{15}H_{13}$ I N_4 Oの計算値 (%) C, 45.94; H, 3.34; H, 3.35; N, 14.27.

【0100】(工程4) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール23.53g、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)[0]パラジウム3.47g及びヨウ化第一銅1.14gにジイソプロピルアミン100ml及びDMF50mlを加え、窒素気流下、室温で0.5時間撹拌した。この反応液に11.43gの4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールのDMF溶液50mlを滴下し、さらに室温で2時間撹拌した。反応液を1000mlの酢酸エチルで希釈し、順次、1N塩酸、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られた残液を、シリカゲルを

用いたカラムクロマトグラフィー (溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8)にて精製し、n-ヘキサンより結晶化させ5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール18.86gのを結晶性粉末として得た。

融点 $87 \sim 89 ^{\circ}$; NMR (400 MHz, CDC l_3) δppm 1.90 \sim 2.42(6H, m), 3.80(3H, s), 5.74(2H, s), 6.90 \sim 6.92(2H, m), 6.97(1H, s), 7.39 \sim 7.41(2H, m), 7.48(1H, t), 7.65(1H, d), 8.16(1H, d), 8.37(1H, s); MS(EI) m/z 427(M $^{\circ}$); 元素分析値 $C_{24}H_{21}N_{5}$ OSの計算値(%) C,67.43; H,4.95; N,16.38, 測定値(%) C,67.21; H,5.02; N,16.27.

【0101】(工程5) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール17.96gをアニソール8ml及びトリフルオロ酢酸40mlに溶解し、室温で14時間、60℃で2時間撹拌した。反応液を500mlの氷水に注ぎ析出した結晶をろ取、水洗した後乾燥した。得られた粗結晶をクロロホルムーエタノールーnーへキサンから再結晶し11.01gの表題物を結晶性粉末として得た。

融点 190~193℃; IR ν max c m-1 222

0; NMR(400MHz, DMSO- d_6) δ ppm $1.84\sim2.35$ (6H, m), $3.64\sim3.73$ (1H, m), 7.57(1H, s), 7.73(1H, t), 7.88(1H, d), 8.16(1H, d), 8.29(1H, s); MS(EI)m/z 307(M+); 元素分析値 C_{16} H₁₃N₅ Sの計算値(%) C, 62.52; H, 4.26; N, 22.78, 測定値(%) C, 62.33; H, 4.35; N, 22.62.

【0102】[実施例2] 5-(3-(2-(2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾール・

(工程1) メチル 3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニルアセテートの合成 メチル 3-シアノフェニルアセテート3.10gを実

施例1の工程2と同様に処理し、得られた粗結晶をエタ ノールーn-ヘキサンから再結晶し、メチル3-(1H ーテトラゾール-5-イル)フェニルアセテート1.7 2gを針状晶として得た。

融点 $141\sim142^\circ$; $IR\nu$ max cm^{-1} 173 2; NMR (400MHz, $DMSO-d_6$) δpp m 3. 68 (3H, s), 3. 77 (2H, s), 7. $44\sim7$. 55 (2H, m), 7. 9 $5\sim8$. 00 (2H, m); 元素分析値 $C_{10}H_{10}N_4$ O_2 の計算値(%) C, 55. 04; H, 4. 6 2; N, 25. 68, 測定値(%) C, 55. 0 8; H, 4. 64; N, 25. 78. 【0103】(工程2) メチル $3-(2-(4-\varkappa)+2)$

ェニルアセテートの合成 メチル 3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニルアセテート1.67gを実施例1の工程3と同様に処理し、メチル 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニルアセテート

2.06gを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.7 0 (3H, s), 3.75 (2H, s), 3.79 (3H, s), 5.73 (2H, s), 6.89 (2H, d), 7.38 (2H, d), 7.40 \sim 7.45 (3H, m), 8.05 (1H, d).

【0104】(工程3) 2-(4-メトキシベンジ ル) -5-(3-(2-オキソ-2-(2-チアゾリ ル) エチル) -2H-テトラゾールの合成 2-ブロモチアゾール2.25gをTHF30m1に溶 解し、氷冷撹拌下に、臭化マグネシウム ブロミド (0.95MのTHF溶液)15mlを加えた。室温で 1時間撹拌した後、再び0℃に冷却し、3-(2-(4) -メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イ ル)フェニルアセテート2.00gのTHF10m1溶 液を滴下した。室温で1時間撹拌した後、1 N塩酸を加 え、酢酸エチルにて抽出した。抽出液を水、飽和食塩水 で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去 して得られる残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマト グラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1: 4)にて精製し、得られる結晶をエーテルー nーヘキサ ンから再結晶して、2-(4-メトキシベンジル)-5 - (3-(2-オキソー2-(2-チアゾリル)エチ ル)-2H-テトラゾール1.81gを針状晶として得 た。

融点 $80\sim81^\circ$; $IR\nu$ max cm⁻¹ 1678; NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ δ ppm 3. 80(3H, s), 4.54(2H, s), 6.8 $9(2\text{H}, \text{d}), 7.38(2\text{H}, \text{d}), 7.39\sim7.46(2\text{H}, \text{m}), 7.70(1\text{H}, \text{d}), 8.04(1\text{H}, \text{d}); 元素分析値C}_{20}\text{H}_{17}$ N $_5$ O $_2$ Sの計算値(%) C, 61.37; H, 4.38; N, 17.89, 測定値(%) C, 6

1.11; H, 4.51; N, 17.82. 【0105】(工程4) 2-(4-メトキシベンジ ル)5-(3-(2-(2-チアゾリル)エチニル)フ ェニル) - 2 H - テトラゾールの合成 トリフェニルフォスフィン オキシド1.56gに1, 2-ジクロロエタン15mlを加え、氷冷撹拌下に、ト リフルオロメタンスルフォン酸無水物0.80gを加 え、同温度で15分撹拌した。反応液に、トリエチルア > 1.2m1及び2-(4-メトキシベンジル)-5- (3-(2-オキソ-2-(2-チアゾリル)エチ ル)-2H-テトラゾール0.73gを加え、20時間 加熱還流した。冷却後、反応液をクロロホルム50m1 で希釈し、順次、1N塩酸、水で洗浄後、硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲ ルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エ チル: n-ヘキサン=1:3) にて精製し、得られた結 晶をクロロホルムーエーテルから再結晶して、2-(4 ーメトキシベンジル) -5-(3-(2-(2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -2H-テトラゾール0. 21gを針状晶として得た。

融点 $95\sim96$ ℃; $IR\nu$ max cm^{-1} 2216; $NMR(400MHz, CDC1_3)\delta ppm 3.$ $80(3H, s), 5.73(2H, s), 6.91(2H, d), 7.36\sim7.43(3H, m), 7.49(1H, t), 7.67(1H, ddd), 7.88(1H, d), 8.18(1H, ddd), 8.37(1H, dd); 元素分析値<math>C_{20}H_{15}N_5$ OSの計算値(%) C, 64. 33; H, 4. 05; N, 4. 05. 測定値(%) C, 64. 23; H, 4. 19; N, 18. 79.

【0106】(工程5) 5-(3-(2-(2-チア ゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの 合成

2-(4-メトキシベンジル)-5-(3-(2-(2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2H-テトラゾール150mgを実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をエタノールーエーテルから再結晶して表題物30mgを結晶性粉末として得た。

融点 $174\sim175$ ℃; $IR\nu$ max cm^{-1} 2216; $NMR(400MHz,DMSO-d_6)\delta pp$ m 7.75(1H, s), 7.88(1H, d), 7.99(1H, d), 8.02(1H, d), 8.17(1H, d), 8.39(1H, s); 元素分析値 $C_{12}H_7$ N_5 SO計算値(%) C, 56.90; H, 2.79; N, 27.65, 測定値(%) C, 57.14; H, 2.87; N, 26.84.

【0107】 [実施例3] 5-(3-(2-(2-ベンゾチアゾリル) エチニル) フェニル) -1 H-テトラ

ゾール:

(工程1) 2-(2-(3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル) エチニル) ベンゾチアールの合成

2-xチニルベンゾチアゾール318mg及び5-(3-1) イオドフェニル)-2-(4-x)キシベンジル)-2H-テトラゾール784mgを実施例1の工程4と同様のカップリング反応に付し、n-ヘキサンから結晶化させ2-(2-(3-(2-(4-x)+キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)エチニル)ベンゾチアール468mgを淡褐色結晶性粉末として得た。

融点 $133\sim135$ °C; NMR (400MHz, C) DC1₃) δ ppm 3.80(3H, s), 5.75(2H, s), 6.90 \sim 6.93(2H, m), 7.39 \sim 7.43(2H, m), 7.47(1H, t), 7.50 \sim 7.56(2H, m), 7.71(1H, d), 7.89(1H, d), 8.09(1H, d), 8.20(1H, d), 8.42(1H, s).

【0108】(工程2) 5-(3-(2-(2-ベン ゾチアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾ ールの合成

2-(2-(3-(2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル)フェニル)エチニル)ベンゾチアゾール423mgを実施例1の工程5と同様に脱4-メトキシベンジル化反応を行い、粗結晶をクロロホルム-エタノールから再結晶し、表題物を得た。

融点 208~210℃; NMR(400MHz, D MSO-d₆) δppm7.56~7.65(2H, m), 7.75(1H, t), 7.94(1H,

d), 8.11(1H, d), 8.19 \sim 8.21(2H, m), 8.36(1H, s); MS (FAB) m/z 304(M * +1); 元素分析 値C₁₆H₉ N₅ S·1/4H₂ Oの計算値(%) C, 62.43; H, 3.11; N, 22.75, 測定値(%) C, 62.60; H, 3.00; N, 2

【0109】[実施例4] 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

4-n-プロピルー2-エチニルチアゾール及び5ー (3-イオドフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾールを用い、実施例1 の工程5と同様に処理し、5- (3- (2- (4-n-プロピルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾールを淡黄色針状結

晶として得た。

融点 $57\sim58$ °C; NMR (400MHz, CDC 1_3) δ ppm 0.98 (3H, t), 1.77 (2H, m), 2.79 (2H, t), 3.84 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.9 1 (2H, d), 6.96 (1H, s), 7.41 (2H, d), 7.48 (1H, t), 7.65 (1H, dt), 8.16 (1H, dt), 8.36 (1H, t); 元素分析値 $C_{23}H_{21}N_5$ OS· $1/4H_2$ Oの計算値(%) C, 65. 77; H, 5.16; N, 16. 67, 測定値(%) C, C, 66. 21; H, 5. 15; N, 16. 30.

【0110】(工程2) 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様処理し、得られた粗結晶を水-エタノールから再結晶し、表題物を結晶性粉末として得た。

融点 $154\sim156$ °C; NMR (400 MHz, D MSO-d₆) δ ppmO. 93 (3 H, t), 1.70(2 H, m), 2.74(2 H, t), 7.52(1 H, s), 7.71(1 H, t), 7.84(1 H, d), 8.16(1 H, d), 8.28(1 H, s); 元素分析値 C_{15} H $_{13}$ N₅ Sの計算値(%) C, 61.00; H, 4.44; N, 23.71, 測定値(%) C, 61.01; H, 4.48; N, 23.55.

【0111】 [実施例5] 5-(3-(2-(4-シ クロプロピル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-シクロプロピル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成<math>4-シクロプロピル-2-エチニルチアゾール1. 04g及び5-(3-4オドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール2. <math>73gを、実施例1の工程5と同様に処理し、2.13gの5-(3-(2-(4-シクロプロピル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを針状晶として得た。

融点 $106\sim107$ °C; NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 0.94 \sim 0.99 (4H, m), 2.04 \sim 2.11 (1H, m), 3.8 0 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.91 (1H, s), 6.89 \sim 6.93 (2H, m), 7.40 (2H, d), 7.47 (1H, t), 7.65 (1H, dd), 8.15 (1

H, dd), 3.35(1H, t); MS(FAB)m/z 414(M⁺).
【0112】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成5-(3-(2-(4-シクロプロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール2.07gを、実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し表題物1.16gを針状晶として得た。
融点 184~185℃(decomp.); IRレmax cm⁻¹ 2216; NMR(400MHz, DMSO-d6) δppm 0.84~0.90(2H,

m), 0.92~0.98(1H, m), 2.0 $9\sim2.19(1H, m)$, 7.54(1H, s), 7.72(1H, t), 7.86(1H, d), 8.16(1H, d), 8.28(1 H, s); MS(FAB) m/z 294(M $^+$ + 1); 元素分析值 $C_{15}H_{11}N_5$ S·1/2 H_2 Oの計算值(%) C,59.59; H,4.00; N,23.16, 測定值(%) C,59.75; H,3.80; N,23.02.

【0113】 [実施例6] 5-(3-(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成4-イソプロピル-2-エチニルチアゾール850mg及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール2.55gを、実施例

ベンジル) -2H-テトラゾール2. 55gを、実施例 1の工程5と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8)にて精製し、5-(3-(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール1.08gを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl $_3$) δ ppm 1.3 5 (6H, d), 3.16 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.91 (2H, dt), 6.96 (1H,

d), 7.41(2H, dt), 7.48(1 H, t), 7.66(1H, dt), 8.16 (1H, dt), 8.37(1H, t).

【0114】(工程2) 5-(3-(2-(4-イソ プロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジ

ル) - 2H-テトラゾール1.85gを、実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルムーイソプロピリエーテルから再結晶して表題物383mgを淡褐色結晶性粉末として得た。

融点 $177\sim179$ ℃; NMR $(400\text{MHz}, D\text{MSO-d}_6)\delta\text{ppm1}.44(6\text{H}, d), 3.25(1\text{H}, m), 7.70(1\text{H}, s), 7.88(1\text{H}, t), 8.03(1\text{H}, d), 8.32(1\text{H}, d), 8.45(1\text{H}, s); 元素分析値<math>C_{15}H_{13}N_5$ Sの計算値(%) C, 61.00; H, 4.44; N, 23.71, 測定値(%) C, 61.05; H, 4.54;

N, 23. 88. 【0115】[実施例7] 5-(3-(2-(4-tert-ブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

融点 113~115℃; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.39(9H, s), 3.80(3H, s), 5.74(2H, s), 6.91(2H, d), 6.98(1H, s), 7.40(2H, d), 7.48(1H, t), 7.66(1H, dt), 8.16(1H, dt), 8.37(1H, t); MS (FAB) m/z 430(M*+1).

【0116】(工程2) 5-(3-(2-(4-tert-ブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル) -1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-tert-ブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-2-(4-x)キシベンジル) -2H-テトラゾール1.73gを、実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルム-IPEから再結晶して表題物1.06gを針状晶として得た。

融点 176~178℃; NMR(400MHz, D MSO-d₆) δppm1.33(9H, s), 7.54(1H, s), 7.73(1H, t), 7.88(1H, d), 8.17(1H, d), 8.30(1H, s); MS(FAB)m/z310(M^*+1); 元素分析値 $C_{16}H_{15}N_5$ S·1 $/5H_2$ Oの計算値(%) C,61.22; H,4.98; N,22.31, 測定値(%) C,61.27; H,4.87; N,22.14. 【0117】[実施例8] $5-(3-(2-(4-4))^2$ ロピルー5ーメチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-1 Hーテトラゾール: (工程1) $5-(3-(2-(4-4))^2$ ロピルー5

(工程1) 5-(3-(2-(4-イソプロピルー5 ーメチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)−2 ー(4-メトキシベンジル)−2Hーテトラゾールの合成

4-4ソプロピルー5-メチルー2-エチニルチアゾール240mg及び5-(3-<math>4オドフェニル)-2-(4-4トキシベンジル)-2H-テトラゾール471mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-0キサン=1:8)にて精製し、n-0キサンから結晶化させ、5-(3-(2-(4-4))プロピルー5-メチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-4トキシベンジル)-2H-テトラゾール1.91gを針状晶として得た。

融点 $101\sim103$ °C; NMR (400MHz, CDCl $_3$) δ ppm 1.31 (6H, d), 2.41 (3H, s), 3.09 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.40 (2H, d), 7.46 (1H, br t), 7.64 (1H, d), 8.14 (1H, d), 8.35 (1H, s).

【0118】(工程2) 5-(3-(2-(4-4))プロピル-5-メチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-4))プロピル-5-メチル2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール387mgを、実施

シベンジル) -2H-テトラゾール387mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、表題物206mgを結晶性粉末として得た。

融点 $153\sim155$ ℃; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)\delta ppm1.22(6H, d),$ 2.43(3H, s), 3.14(1H, m), 7.71(1H, br t), 7.86(1H, d), 8.15(1H, d), 8.27(1H, s); MS (FAB)m/z 310(M^+ + 1); 元素分析値 $C_{16}H_{15}N_5$ Sの計算値(%) C, 62.11; H, 4.89; N, 22.64, 測定値(%) C, 61.99; H, 4.92; N, 22.86.

【0119】[実施例9] 5-(3-(2-(4-シ

クロペンチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー1Hーテトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-シ))ロペンチルー 2-4アゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-3)トキシベンジル) -2 Hーテトラゾールの合成 4-2クロペンチルー 2-1 エチニルチアゾール 2 4 9 m g 及び 5-(3-4) ボフェニル) -2-(4-3) トラゾール 5 0 0 m g を、実施例 1 の工程 5 と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:1-1 カーヘキサン=1:8) にて精製し、5-(3-(2-(4-2)) ロペンチルー 2-4 アゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-3) キシベンジル) -2 Hーテトラゾール 4 2 0 m g を淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.6 5~2.85(8H, m), 3.24(1H, m), 3.80(3H, s), 5.74(2H, s), 6.91(2H, d), 6.96(1 H, s), 7.40(2H, d), 7.48 (1H, t), 7.64(1H, dt), 8.1 5(1H, dt), 8.37(1H, t). 【0120】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロペンチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロペンチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール400mgを、実施例<math>1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルムーエタノール-n-へキサンから再結晶し表題物280mgを微細針状晶として得た。

融点 145°C(decomp.); NMR(400 MHz, CDC1₃ -DMSO-d₆) δ ppm 1.60~2.75(8H, m), 3.25(1H, m), 7.00(1H, s), 7.54(1H, t), 7.71(1H, d), 8.17(1H, d), 8.37(1H, s); MS(EI) m/z 321(M+).

【0121】 [実施例10] 5-(3-(2-(4-シクロヘキシル-2-チアゾリル) エチニル) フェニ ル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-シクロへキシル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成<math>4-シクロヘキシル-2-エチニルチアゾール268mg及び5-(3-4オドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール500mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8)にて精製し、5-(3-(2-(4-シクロへキシル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-

(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール400 mgを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.2 5~2.15(10H, m), 2.81(1H, m), 3.81(1H, s), 5.74(2H, s), 6.92(2H, d), 6.93(1H, s), 7.41(2H, d), 7.65(1H, dt), 8.15(1H, dt), 8.36(1H, t).

【0122】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロヘキシル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロへキシル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール473mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルムーエタノール-<math>n-へキサンから再結晶し、表題物240mgを微細針状晶として得た。

融点 $166\sim169$ ℃; $IR\nu$ max cm^{-1} 2216; $NMR(400MHz, CDCl_3)\delta ppm$ 1.25 \sim 2.20(10H, m), 2.96(1H, m), 7.05(1H, s), 7.55(1H, dd), 8.15(1H, s), 8.16(1H, dd); MS(EI)m/z 335(M^+); 元素分析値 $C_{18}H_{17}N_5$ Sの計算値(%) C, 64.45; H, 5.11; N, 20.88, 測定値(%) C, 64.46; H, 5.10; N, 20.62.

【0123】[実施例11] 5-(3-(2-(4-メチルチオメチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニ ル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 2-(4-メトキシベンジル)-5-(3

融点 $104\sim106$ ℃; NMR (400MHz, C) DC1₃) δ ppm 2. 14 (3H, s), 3. 81 (3H, s), 3. 86 (2H, s), 5. 74 (2H, s), 6. $90\sim6$. 93 (2H, m), 7. 21 (1H, s), 7. $39\sim7$. 41 (2H, m), 7. 49 (1H, t),

融点 $159\sim162$ °C; NMR (400MHz, D MSO- d_6) δ ppm2. 07 (3H, s), 3. 85 (2H, s), 7. 71 (1H, s), 7. 73 (1H, t), 7. 88 (1H, dt), 8. 17 (1H, dt), 8. 29 (1H, t); MS (EI) m/z 313 (1M*); 元素分析值 1_4 H 1_1 N 1_5 S 1_2 ·1/4H 1_2 Oの計算值 (%) C, 52. 1_3 89; H, 3. 1_4 965; N, 2 2. 1_4 97, 1_4 98, 1_4 99

【0125】[実施例12] 5-(3-(2-(4-メトキシメチル-5-メチル-2-チアゾリル) エチニル)フェニル)-1H-テトラゾール: (工程1) 2-(4-メトキシベンジル)-5-(3

- (2-(4-メトキシメチル-2-チアゾリル)エチ ニル)フェニル)-2H-テトラゾールの合成 2-エチニル-4-メトキシメチルチアゾール659m g及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキ シベンジル)-2H-テトラゾール1.41gを実施例 1の工程4と同様に処理し、生成物を、シリカゲルを用 いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル: n-ヘキサン-クロロホルム=2:1)にて精製し、ク ロロホルムーnーヘキサンから再結晶し、2-(4-メ トキシベンジル) -5-(3-(2-(4-メトキシメ チル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2H-テトラゾール1.487gを結晶性粉末として得た。 融点 105~107℃; NMR(400MHz, C $DC1_3$) $\delta ppm 3.49(3H, s), 3.$ 80 (3H, s), 4.63 (2H, s), 5. 74(2H, s), 6. $90\sim6$. 92(2H, m), 7.30(1H, s), 7.39 \sim 7.41(2H, m), 7.49(1H, t),

7.65(1H, d), 8.17(1H, d), 8.36(1H, s); MS(EI) m/z 417(M^{+}); 元素分析値 $C_{22}H_{19}N_{5}O_{2}$ Sの計算値(%) C,63.29; H,4.59; N,1

6.77, 測定値(%) C,63.12; H,4.62; N,16.66.

【0126】(工程2) 5-(3-(2-(4-メト キシメチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

2-(4-メトキシベンジル)-5-(3-(2-(4-メトキシメチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2H-テトラゾール1.169gを実施例1の工程5と同様に処理し、粗結晶をエタノール-n-ヘキサンから再結晶し、表題物794mgを得た。

融点 211~214℃; IRνmax cm⁻¹ 221 6; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δpp m 3.35(3H, s), 4.54(2H,

s), 7.73 (1H, s), 7.80 (1H, t), 7.87 (1H, dt), 8.17 (1H, dt), 8.29 (1H, t); MS (EI) m/z 297 (M^*); 元素分析值 $C_{14}H_{11}$ N_5 OSの計算値 (%) C, 56.55; H, 3.73; N, 23.55, 測定値 (%) C, 56.52; H, 3.84; N, 23.66.

【0127】[実施例13] 5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-メチル-2-チア ゾリル) -2-オキソエチル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 ジイソプロピルアミン1.04gをTHF20mlに溶 解し、-78℃で撹拌下にn-ブチルリチウム(1.7 1 Mのn-ヘキサン溶液) 5.6 m l を加え、0℃で1 0分間撹拌した。再び-78℃に冷却し、4-メチルチ アゾール1.00gのTHF5ml溶液を加え、同温度 で0.5時間撹拌した。反応液にメチル3-(2-(4 ーメトキシベンジル)-5-テトラゾリル)フェニル酢 酸1.45gのTHF溶液を加え、さらに同温度で1時 間撹拌した。反応液に水を加え室温まで戻し、1 N塩酸 を加えて酸性にした後、酢酸エチルで抽出した。抽出液 を、順次水、飽和食塩水出洗浄後、硫酸ナトリウムで乾 燥した。溶媒を留去し、残渣をシリカゲルを用いたカラ ムクロマトグラフィー (溶出液:酢酸エチル:n-ヘキ サン=1:3)にて精製し、エーテル-n-ヘキサンか ら再結晶し5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾ リル) -2-オキソエチル) フェニル) -2-(4-メ トキシベンジル) -2H-テトラゾール0.60gを針 状晶として得た。

融点 $90\sim91\%$; NMR $(400\text{MHz}, \text{CDC}\ 1_3)\delta\text{ppm}\ 2.52(3\text{H}, \text{s}),\ 3.79$ $(3\text{H}, \text{s}),\ 4.51(2\text{H}, \text{s}),\ 5.72$ $(2\text{H}, \text{s}),\ 6.89(2\text{H}, \text{d}),\ 7.3$ $7(2\text{H}, \text{d}),\ 7.40\sim7.45(3\text{H}, \text{m}),\ 8.04(1\text{H}, \text{t}),\ 8.12(1\text{H}, \text{d})$

s); 元素分析値C₂₁H₁₉N₅O₂Sの計算値 (%) C,62.11; H,4.92; N,1 7.27, 測定値(%) C,61.78; H, 4.78; N,16.99.

融点 $95\sim96\%$; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 2. 50 (3H, s), 3. 80 (3H, s), 5. 74 (2H, s), 6. 91 (2H, d), 6. 95 (1H, s), 7. 4 0 (2H, d), 7. 48 (1H, t), 7. 64 (1H, d), 8. 16 (1H, d), 8. 36 (1H, s).

【0129】(工程3) 5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-x)+v-2-4)) エチニル) フェニル) -2-(4-x)+2 エル) -2 Hーテトラゾール12.1 mgを実施例1の工程5と同様に処理し、粗結晶をエタノールーエーテルから再結晶し、表題物6mgを得た。

融点 $224\sim227$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0130】[実施例14] 5-(3-(2-(4-イソブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-イソブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキ シベンジル)-2H-テトラゾールの合成

2-エチニル-4-イソブチルチアゾール480mg及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベ

ンジル)-2H-テトラゾール880 m gを実施例1の工程4 と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:4)にて精製し、クロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し5-(3-(2-(4-4)ブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-xトキシベンジル)-2H-テトラゾール867 m gを淡褐色油状物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 0.9$ 5 (6H, d), 2.12 (1H, m), 2.67 (2H, d), 3.80 (3H, s),5.74 (2H, s), 6.91 (2H, d),6.94 (1H, s), 7.40 (2H, d),7.48 (1H, t), 7.64 (1H, d),8.15 (1H, d), 8.36 (1H, s).

【0131】(工程2) 5-(3-(2-(4-イソ ブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H -テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-4)7)+n-2-4) アンジャン フェニル) -2-(4-3)+2 アンジャン -2H-7 アンジールタ -2H-7 アンジール -2H-7

融点 177~178℃; NMR(400MHz, D

MSO-d₆) δ ppm0. 90 (6H, d), 2. 03 (1H, m), 2. 63 (2H, d), 7. 54 (1H, s), 7. 73 (1H, t), 7. 86 (1H, d), 8. 16 (1H, d), 8. 32 (1H, s); MS (EI) m/ z 309 (M⁺); 元素分析值 $C_{16}H_{15}N_{5}$ S·1

/4H₂ Oの計算値(%) C,61.22; H,4.98; N,22.31, 測定値(%) C,60.90; H,4.86; N,21.97.

【0132】[実施例15] 5-(3-(2-(4-エチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H -テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-エチル-2-チア ゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベ ンジル)-2H-テトラゾールの合成

 $4-x+\nu-2-x+z\nu-+ry'-\nu+460mg及び$ 5-(3- $4+x+z-\nu$)-2-(4- $x+x+z-\nu$) $-2-(4-x+x+z-\nu)$ ジル)-2H-テトラゾール1.0gを実施例1の工程 4と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸 $x+\nu$: $n-\lambda+v-1:3$)にて精製し、 $x+y-\nu-n-\lambda+v-\nu$ ら再結晶し5-(3-(2-(4- $x+\nu-2-x-\nu$)リル) $x+z-\nu$) フェニル)-2-(4- $x+x-\nu$) ジル)-2H-テトラゾール730mgを淡黄色針状晶として得た。

融点 $116\sim117$ °C; NMR $(400MHz, CDCl_3)$ δ ppm $1.34(3H, t), 2.85(2H, q), 3.80(3H, s), 6.90(2H, d), 6.96(1H, s), 7.39(2H, d), 7.48(1H, t), 7.66(1H, d), 8.15(1H, d), 8.36(1H, s); 元素分析値<math>C_{22}H_{19}$ N_5 OS· $1/2H_2$ Oの計算値(%) C, 64.37; H, 4.91; N, 17.06, 測定値 (%) C, 64.62; H, 4.78; N, 16.73.

【0133】(工程2) 5-(3-(2-(4-エチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-x+)-2-+)) エチニル)フェニル)-2-(4-x+)キシベンジル)-2 Hーテトラゾール736mgを実施例1の工程5と同様に処理し、粗結晶をエタノールーエーテルから再結晶し、表題物268mgを淡黄色結晶性粉末として得た。融点 $198\sim200$ °; NMR(400MHz, DMSO- d_6) δ ppm1.26(3H, t), 2.78(2H, q), 7.54(1H,s), 7.73(1H,t), 7.86(1H,d), 8.16(1H,d), 8.29(1H,s); 元素分析値 C_{14} H₁₁N₅ Sの計算値(%) C,59.77; H,3.94; N,24.89, 測定値(%) C,59.30; H,4.07; N,24.71.

【0134】[実施例16] 5-(3-(2-(4-n-オクチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 2-(4-メトキシベンジル)-5-(3

-(2-(4-n-オクチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2H-テトラゾールの合成 2-エチニル-4-n-オクチルチアゾール410mg 及び5-(3-イオドフェニル) <math>-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール726mgを実施例1の工程4と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:<math>n-(2-(4-n-オクチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2H-テトラゾール593mgを淡黄色結晶性粉末として得た。

融点 $47\sim48$ °C; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 0.88(3H, t), 1.27 \sim 1.75(12H, m), 2.80(2H, t), 3.79(3H, s), 5.55(2H, s), 6.89 \sim 6.92(2H, m), 6.94(1H, s), 7.38 \sim 7.41(2H,

m), 7.47(1H, t), 7.64(1H, d), 8.15(1H, d), 8.36(1H, s); MS(EI)m/z 485(M^{\star}); 元素分析值 $C_{28}H_{31}N_{5}$ OSの計算値(%) C, 69.24; H, 6.43; N, 14.42, 測定値(%) C, 68.98; H, 6.32; N, 14.35.

【0135】(工程2) 5-(3-(2-(4-n-オクチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

2-(4-メトキシベンジル)-5-(3-(2-(4-n-オクチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2H-テトラゾール486mgを実施例1の工程5と同様に処理し、粗結晶をクロロホルム-<math>n-へキサンから再結晶し、表題物186mgを結晶性粉末として得た。

融点 $104\sim105$ ℃; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ δ ppm0.86 (3H, t), $1.25\sim1.68$ (12H, m), 2.74 (2H, t), 7.53 (1H, s), 7.72 (1H, t), 7.86 (1H, d), 8.16 (1H, d), 8.28 (1H, s); MS (EI) m/z 365 (M+); 元素分析値 $C_{20}H_{23}$ N_5 Sの計算値 (%) C, 65.72; H, 6.34; N, 19.17, 測定値 (%) C, 65.69; H, 6.27; N, 19.24.

【0136】[実施例17] 5-(4-(2-(4-5))0136】[実施例17] 5-(4-(2-(4-5))0136】 -2-4137 -2-413 -2-414 -2-414 -2-414 -2-417

(工程1) 5-(4-プロモ-2-チェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成 <math>5-(4-プロモ-2-チェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(4-プロモ-2-チェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 $70 \sim 72 ^{\circ}$ (再結晶溶媒: 200 +

H, 3. 11; N, 15. 99. 【0137】(工程2) 5-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-チエニ ル)-1H-テトラゾールの合成

5-(4-ブロモ-2-チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に脱4-メトキシベンジル化反応を行い、表題物を得た。

融点 224~230℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーn-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹; 3088, 2216, 1580, 1518; NMR (400MH z, DMSO-d₆) δppm 1.84~2.31 (6H, m), 3.63~3.71 (1H,

m), 7.54(1H, s), 7.93(1H, s), 8.40(1H, s); MS(FAB) m/z 314(M $^+$ +1); 元素分析值 $C_{14}H_{11}$ N $_5$ S $_2$ の計算値(%) C,52.15; H,3.75; N,21.72, 測定値(%) C,52.15; H,3.67; N,21.91.

【0138】 [実施例18] 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-チエニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-プロモ-2-チェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成 <math>5-(5-プロモ-2-チェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(5-プロモ-2-チェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 $87\sim89^{\circ}$ (再結晶溶媒: 2000 (284 0 , 1614 , 1580 , 1520 ; NMR (400 MHz , CDCl₃) 200 20

【0139】(工程2) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(5-ブロモ-2-チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に脱4-メトキシベンジル化反応を行い、表題物を得た。

融点 252~257℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IR ν max c m⁻¹; 2976, 22 00, 1566, 1510; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.84~2.34 (6 H, m), 3.62~3.71(1H, m), 7.44(1H, d), 7.52(1H, s), 7.55(1H, d); MS(FAB)m/z 314(M^*+1); 元素分析値 $C_{14}H_{11}N_5S_2$ ·1/2 H_2 Oの計算値(%) C,52.15; H, 3.75; N,21.72, 測定値(%) C,52.15; H, G,52.15; G,75; G,70,21.72, G,70,21.91. G,70,21.91. G,70,21.91. G,70,21.91. G,70,21.91. G,70,21.91. G,71,21.91. G,71,21.91. G,71,21.91. G,71,21.91. G,71,21.91.

(工程1) 5-(5-ブロモ-2-フリル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール及び5-(5-ブロモ-2-フリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-プロモー2-フリル)-1 H-テトラゾール を実施例1の工程3と同様に処理し、シリカゲルを用い たカラムクロマトグラフィーで2種の異性体を分離し、5-(5-プロモー2-チエニル)-1-(4-メトキ シベンジル)-1 H-テトラゾールの機器データは以下 のとおりである。

融点 $70\sim71$ $^{\circ}$ $(n-\Lambda$ キサンにて結晶化); NMR (400 MHz, CDC 1_3) δ ppm 3.79 (3H, s), 5.72 (2H, s), 6.46 (1H, d), 6.87 $^{\circ}$ $^{$

融点 $113\sim114$ ^C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); NMR (400MHz, CDC 1_3) δ pp m 3.78 (3 H, s), 5.76 (2 H, s), 6.55 (1 H, d), 6.8 $4\sim6.88$ (2 H, m), 7.18 (1 H, d), 7.27 \sim 7.31 (2 H, m); MS (E I) m/z 337 [(M^+ +2) +1), 335 [(M^+) + 1]; 元素分析値 C_{13} H₁₁ Br N₄ O₂ の計算値(%) C, 46.58; H, 3.31; N, 16.72, 測定値(%) C, 46.69; H, 3.33; N, 16.93.

【0141】(工程2) 5-(5-イオド-2-フリル)-1-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-) -(5-) -(4-) -

F20ml中、窒素気流下に加熱還流した。冷却後、反応液を水200mlに注ぎ、析出結晶をろ取した。析出結晶をクロロホルムに懸濁し、硫酸マグネシウムで脱水後、溶媒を留去した。残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:n-ヘキサン=1:1)にて精製し、5-(5-イオド-2-フリル)-1-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール88mgを淡黄色結晶性粉末として得た。

融点 $103\sim105$ \mathbb{C} $(n-\Lambda+y)$ にて結晶化); NMR $(400MHz, CDCl_3)$ $\delta ppm 3.79 (3H, s), 5.72 (2H, s), 6.69 (1H, d), 6.87~6.91 (2H, m), 7.00 (1H, d), 7.36~7.38 (2H, m).$

【0142】(工程3) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-チエニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フリル) -1-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと <math>4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フリル) -1-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを淡黄色結晶性粉末として得た。

融点 $107\sim108$ °C; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm 1.88 \sim 2.10(2H, m), 2.26 \sim 2.41(4H, m), 3.64 \sim 3.73(1H, m), 3.80(3H, s), 5.74(2H, s), 6.89(1H, d), 6.89 \sim 6.92(2H, m), 6.99(1H, s), 7.14(1H, d), 7.37 \sim 7.41(2H, m).

【0143】(工程4) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フリル) -1H-テトラゾールの合成

5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フリル) -1-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $164\sim166$ $^{\circ}$ (再結晶溶媒: クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm $1.86\sim2.34$ (6 H, m), $3.64\sim3.73$ (1 H, m), 7.41 (1 H, d), 7.43 (1 H, d), 7.64 (1 H, s); MS (FAB) m/z 298 (M^++1); 元素分析値 C_{14} H_{11} N_5 OSの計算値 (%) C, 56. 55; H, 3.73; N, 23. 56, 測定値 (%) C, 56. 22; H, 3.81; N, 23. 86.

【0144】 [実施例20] 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-ピリジル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 3-ブロモ-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ピリジンの 合成

3-プロモー5-(1H-5-テトラゾリル)ピリジンを実施例1の工程3と同様に処理し、3-プロモー5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ピリジンを得た。

融点 113~115℃(再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR(400MHz, CDC1 3) δppm 3.80(3H, s), 5.76 (2H, s), 6.90~6.93(2H,

m), 7.38 \sim 7.40(2H, m), 8.55(1H, t), 8.75(1H, d), 9.26(1H, d); 元素分析値 $C_{14}H_{12}BrN_5$ Oの計算値(%) C,48.57; H,3.49; N,20.23, 測定値(%) C,48.48; H,3.40; N,20.30.

【0145】(工程2) 3-イオド-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ピリジンの合成

5-(5-)プロモー2-チエニル)-1-(4-)メトキシベンジル)-2Hーテトラゾールを実施例19と同様に処理し、3-イオド-5-(2-(4-)トキシベンジル)-2Hーテトラゾール-5-イル)ピリジンを得た。

融点 123~125℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.81(3H, s), 5.76 (2H, s), 6.90~6.93(2H, m), 7.39~7.41(2H, m), 8.7 4(1H, t), 8.80(1H, d), 9.2 8(1H, d).

【0146】(工程3) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-ピリジル)-1H-テトラゾールの合成

3-イオド-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル)ピリジンと4-シクロブ チル-2-エチニルチアゾールと実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に処理して、表題物を得た。

融点 113~115℃(再結晶溶媒:クロロホルム); NMR(400MHz, CDC13) δppm 1.87~2.33(6H, m), 3.65~ 3.73(1H, m), 7.57((1H, s), 8.43(1H, t), 8.73(1H, d), 9.20(1H, d); MS(FAB) m

/z 309(M+ +1);元素分析値C₁₅H₁₂N₆

Sの計算値(%) C, 58.43; H, 3.92; N, 27.25, 測定値(%) C, 58.44; H, 3.68; N, 27.25.

【0147】 [実施例21] 5-(6-(2-(4-シ クロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ピリジ ル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 6-ブロモー2-(1-(4-メトキシベ ンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) ピリジン、 及び 6 ーブロモー2 ー (2 ー (4 ー メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾール-5-イル) ピリジンの合成 6-ブロモ-2-(1H-5-テトラゾリル)ピリジン を実施例1の工程3と同様に処理し、6-ブロモ-2-(1 - (4 - x) トキシベンジル) - 1 H - テトラゾール -5-イル)ピリジン、及び 6-ブロモー2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ピリジンを、約2:3の混合物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3. 7 6 and 3.79 (3H, each s), 5.79 and 6.10(2H, eachs), 6.83 and 6.89(2H, d), 7. 40 and 7.44(2H, each d), 7. $57 \sim 7$. 75(2H, m), 8. 17 an d 8.30(1, d).

【0148】(工程2) 6-イオド-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)ピリジン、及び 6-イオド-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ピリジンの合成

上記、ブロモ体を、実施例19の工程2と同様に処理し、6-イオド-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)ピリジン、及び 6-イオド-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ピリジンを、約3:2の混合物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.76 and 3.79 (3H, each s), 5.79 and 6.09 (2H, each s), 6.83 and 6.89 (2H, each d), 7.39 and 7.44 (2H, each d), 7.38~7.52 (1H, m), 7.78~7.86 (1H, m), 8.17 and 8.30 (1H, d).

【0149】(工程3) 5-(6-(2-(4-)20-2)) ロブチル-2- チアゾリル) エチニル) -2- ピリジル) -1-(4- メトキシベンジル) -1 H - テトラゾール、及び 5-(6-(2-(4-)20-2)) -2-(4-)20-2 - チアゾリル) エチニル) -2- ピリジル) -2-(4-)20-2 - メトキシベンジル) -2 H - テトラゾールの合成上記、ヨウ素体を、実施例1の工程4と同様に処理し、5-(6-(2-(4-)20-2))

ル) エチニル) -2-ピリジル) -1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール、及び <math>5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ピリジル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを、<math>1位:2位=3:2の混合物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $8\sim2.10(2H, m)$, 2.27 $\sim2.45(4$ H, m), 3.70(1H, m), 3.75 and 3.79 (3H, each s), 5.8 1 and 6.15(2H, each s), 6.82 and 6.89 (2H, each d), 7.02 and 7.08(1H, eac h s), 7.41 and 7.49(2H), e ach d), $7.68 \sim 7.72(1H, m)$, 7. $84\sim7$. 92(1H, m), 8.22 a nd 8.32(1H, each d); 元素分析 値C23H20N6 OSの計算値(%)C,64.47; H, 4.70; N, 19.61, 測定値(%) C, 64. 36; H, 4. 76; N, 19. 78. 【0150】(工程4) 5-(5-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー2ーピリジ ル) - 1 H - テトラゾールの合成

上記、工程3の化合物を、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 162~168℃(再結晶溶媒:エーテルーnーへキサン); NMR(400MHz, DMSO-d 6) δppm 1.88~2.13(2H, m), 2.34~2.42(4H, m), 3.72(1H, m), 7.60(1H, s), 7.68(1H, d), 7.94(1H, t), 8.10(1H, d).

【0151】[実施例22] 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-ベン ゾチアゾリル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 6-アセトキシ-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)ベンゾチアゾールの合成

6-アセトキシー2-(1H-テトラゾールー5-イル)ベンゾチアゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、6-アセトキシー2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)ベンゾチアゾールを得た。

融点 $144\sim148$ (結晶性粉末); IR ν max cm⁻¹ 1754; NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 2.36(3H, s), 3.80 (3H, s), 5.80(2H, s), 6.9 1(2H, d), 7.28(2H, d), 7.4 4(1H, d), 7.74(1H, d), 8.1 9(1H, d); MS(FAB) m/z 382

 $(M^+ + 1)$;元素分析値 $C_{18}H_{15}N_5$ O_3 Sの計算値 (%) C, 56.68; H, 3.96; N, 18.36, 測定値 (%) C, 56.73; H, 4.04; N, 18.55.

【0152】(工程2) 6-ヒドロキシ-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル) ベンゾチアゾールの合成

融点 $177\sim180$ °C (結晶性粉末); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 3.75 (3H, s), 5.98 (2H, s), 6.98 (2H, d), 7.07 (2H, dd), 7.44 (2H, d), 7.50 (1H, d), 7.96 (1H, d), 10.13 (1H, s); MS (FAB) m/z 340 (M+1); 元素分析値 $C_{16}H_{13}N_5$ O_2 Sの計算値 (%) C, 56.63; H, 3.86; N, 20.64, 測定値 (%) C, 56.26; H, 3.98; N,

【0153】(工程3) 2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)ベンゾチアゾール-5-イル)トリフルオロメタンスルフォネートの合成

20.31.

6-ヒドロキシー2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールー5-イル)ベンゾチアゾール594mg及びエチルジイソプロピルアミン1m1を塩化メチレン10m1に溶解し、-78℃で撹拌下にトリフルオロメタンスフォン酸無水物0.44m1を加えた。反応液をさらに室温で15時間撹拌後、0.2 N塩酸250m1に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を1N塩酸、飽和食塩水出洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサンー酢酸エチル=5:1)にて精製し、2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールー5-イル)ベンゾチアゾールー5-イル)トリフルオロメタンスルフォネート546mgを粉末として得た。

融点 $115\sim116$ °C; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm3.80 (3H, s), 5.85 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.45 (2H, d), 7.47 (1H, dd), 7.93 (1H, d), 8.27 (1H, d);

MS(FAB) m/z 472(M^++1); 元素分析値 $C_{17}H_{12}F_3$ N_5 O_4 S_2 の計算値(%) C, 43.31; H, 2.57; N, 14.86, 測定値(%) C, 43.58; H, 2.68; N, 15.11.

【0154】(工程4) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゾチアゾール-5-イル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールの合成

2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾ ールー5ーイル) ベンゾチアゾールー5ーイル) トリフ ルオロメタンスルフォネート471mg、ヨウ化第一銅 19mg、及びビス (トリフェニルフォスフィン) パラ ジウム[2]ジクロリド35mgにトリエチルアミン O. 2ml及びDMF5mlを加え、窒素気流下、室温 で1時間撹拌した。反応液に4-シクロブチルー2-エ チニルチアゾール245mgを加え、90℃で4時間撹 拌した。冷却後、反応液を1N塩酸250mlに注ぎ、 酢酸エチルで抽出した。抽出液を、飽和食塩水で洗浄 後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得ら れた残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィ - (溶出液: n-ヘキサン-酢酸エチル=4:1)にて 精製し、5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル) エチニル) ベンゾチアゾールー5ーイル) ー 1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール3 08mgを針状晶として得た。

融点 161°C; NMR(400MHz, CDC13) δ ppm 1.91~2.12(2H, m), 2.28~2.43(4H, m), 3.71(1H, m), 3.80(3H, s), 5.83(2H, s), 6.91(2H, d), 6.99(1H, s), 7.45(2H, d), 7.74(1H, dd), 8.19(1H, d), 8.21(1H, d).

【0155】(工程5) 5-(6-(2-(4-)2-(4

融点 225~227℃ (再結晶溶媒:クロロホルム); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.90~2.04(2H, m), 2.22~2.32(4H, m), 3.69(1H, m), 7.57(1H, s), 7.89(1H,

d), 8.25(1H, d), 8.65(1H, s); MS(FAB)m/z365(M++1); 元素分析値C₁₇H₁₂N₆S₂の計算値(%) C,5

6.03; H,3.32; N,23.06, 測定 値(%) C,55.79; H,3.35; N,2 3.06.

【0156】 [実施例23] 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ベン ゾオキサゾリル) -1H-テトラゾール:

融点 $178\sim180$; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm $1.92\sim2.11$ (2H, m), $2.28\sim2.40$ (4H, m), 3.71 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.85 (2H, s), 6.92 (2H, d), 6.98 (1H, s), 7.45 (2H, s), $7.76\sim7.71$ (2H, d), 8.10 (1H, s).

【0157】(工程2) 5-(5-(2-(4-)2-(4

融点 $226\sim229$ C (decomp.); NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.84 \sim 2.06(2H, m), 2.20 \sim 2.34(4H, m), 3.68(1H, m), 7.54 (1H, s), 7.84(1H, dd), 8.04(1H, d), 8.29(1H, d); MS (FAB) m/z 349(M $^+$ +1); 元素分析値C₁₇H₁₂N₆OSの計算値(%) C,57.13; H,3.67; N,23.52, 測定値(%) C,57.55; H,3.54; N,23.33.【0158】[実施例24] 7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)-4H-ピリド[1,2-a]ピリミジン-3-オン:

(工程1) 7-ブロモー3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-4H-ピリド[1,2-a]ピリミジン-3-オンの合成2-アミノ-5-ブロモピリジン3.57g及びエチル3-ジメチルアミノ-2-(2-(4-(メトキシベンジメチルアミノー2-(2-(4-(メトキシベンター)))

ンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸 7.94gをプロピオン酸30ml中、3日間加熱還流した。反応液を水300mlに注ぎ、析出した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。これをシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:メタノール=200:1)にて精製し、7-ブロモ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-4H-ピリド[1,2-a]ピリミジン-3-オン4.03gを結晶性粉末して得た。

融点 $172\sim175$ °C; $IR\nu$ max cm^{-1} 170 6; $NMR(400MHz, CDCl_3)\delta ppm$ 3. $79(3H, s), 5.82(2H, s), 6.88\sim6.91(2H, m), 7.41\sim7.43(2H, m), 7.67(1H, d), 7.90(1H, dd), 9.22(1H, s), 9.38(1H, d); <math>MS(EI)m/z$ 414[(M^++2) +1)], $412[(M^+)$ +1)]; 元素分析値 $C_{17}H_{13}BrN_6O_2$ の計算値(%) C,49.41; H,3.17; N,20.34, 測定値(%) C,49.24; H,3.24; N,20.39.

【0159】(工程2) 7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)-4H-ピリド[1,2-a]ピリミジン-3-オンの合成

7ーブロモー3ー(2ー(4ーメトキシベンジル)ー2 Hーテトラゾールー5ーイル)ー4 Hーピリド [1,2ーa] ピリミジンー3ーオン413mg、4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾール163mg、酢酸パラジウム [2] 22mg、及びトリフェニルフォスフィン52mgをトリエチルアミン20m1中、4時間加熱還流した。反応液を濃縮し、クロロホルム50m1を加えて順次、1N塩酸、水、飽和炭酸水素ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:メタノール=200:1)にて精製した後、得られたカップリング成績物をこれ以上精製することなく、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物105mgを淡黄色結晶性粉末して得た。

融点 >300℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IRνmaxcm⁻¹ 1706; NMR (400Mz, DMSO-d₆) δppm 1.84~2.32(6H, m), 3.65~3.73(1H, m), 7.61(1H, s), 7.80(1H, d), 8.09(1H, d), 8.94(1H, br s), 9.34(1H, s); MS(FAB) m/z 376(M⁺ +1); 元素分析値C₁₈H₁₃N₇OSの計算値(%) C, 57.59; H, 3.49; N, 26.12, 測定値

(%) C, 57. 95; H, 3. 40; N, 2 5. 93.

【 0 1 6 0 】 [実施例 2 5] 5 - (5 - (2 - (4 - シクロブチル - 2 - チアゾリル) エチニル) - 2 - ベンゾ [b] チエニル) - 1 H - テトラゾール:

(工程1) 5-(5-ブロモ-2-ベンゾ [b] チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-プロモ-2-ベンゾ[b] チエニル)-1H -テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(5-プロモ-2-ベンゾ[b] チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 $140\sim142$ °C (再結晶溶媒: クロロホルムー n-ヘキサン); $IR\nu$ max cm^{-1} 3080, 2840, 1614, 1584, 1538, 1516; NMR (400Mz, $CDC1_3$) δ ppm 3.81 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6.90 \sim 6.93 (2H, m), 7.39 \sim 7.41 (2H, m), 7.48 (1H, dd), 7.73 (1H, d); MS (EI) m/z 402 [(M + +2) +1], 402 [(M +

【 0 1 6 1 】 (工程 2) 5 - (5 - イオド - 2 - ベン ゾ [b] チエニル) - 2 - (4 - メトキシベンジル) -2 H - テトラゾールの合成

5-(5-プロモ-2-ベンゾ[b] チエニル) -1H ーテトラゾールを実施例19の工程2と同様に処理し、5-(5-イオド-2-ベンゾ[b] チエニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 $131\sim134$ [°] (再結晶溶媒: クロロホルムー n- ハーヘキサン); NMR (400 Mz, CDC 1_3) δ ppm 3.80(3H, s), 5.75(2H, s), 6.90 \sim 6.92(2H, m), 7.39 \sim 7.41(2H, m), 7.66 \sim 7.60(2H, m), 7.94(1H, s), 8.19(1H, s).

【0162】(工程3) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-ベンゾ [b] チエニル)-1H-テトラゾールの合成 5-(5-イオド-2-ベンゾ[b] チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、得られたカップリング成績物をこれ以上精製することなく、実施例1の工程5と脱4-メ トキシベンジル化を行い、表題物を得た。

融点 $241\sim244$ C (再結晶溶媒: クロロホルムーエタノール); IR ν max cm⁻¹ 2208, 158 4, 1532, 1504; NMR (400Mz, DM SO-d₆) δ ppm 1.85 \sim 2.34(6H, m), 3.64 \sim 3.73(1H, m), 7.5 4(1H, s), 7.71(1H, dd), 8.20(1H, s), 8.24(1H, d), 8.41(1H, s); MS (FAB) m/z 364(M+1); 元素分析値C₁₈ H₁₃ N₅ S₂ の計算値(%) C,59.48; H,3.60; N,19.27, 測定値(%) C,59.21; H,3.70; N,19.31.

【0163】 [実施例26] 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-オキソ-2H-ベンゾピラン-3-イル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-ブロモー2-オキソー2Hーベングピラン-3-イル)-1-(4-メトキシベンジル)-1Hーテトラゾール、及び 5-(5-ブロモー2-オキソー2Hーベングピラン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2Hーテトラゾールの合成5-(5-ブロモー2-オキソー2Hーベングピラン-3-イル)-1Hーテトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(5-ブロモー2-オキソー2Hーベングピラン-3-イル)-1-(4-メトキシベンジル)-1Hーテトラゾール、及び 5-(5-ブロモー2-オキソー2Hーベングピラン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2Hーテトラゾールを1位:2位≒1:1の混合物として得た。IRレmaxcm $^{-1}$ 2840,1750,1722,1

614, 1606, 1568, 1516; NMR (4 00Mz, $CDCl_3$) δ ppm 3.68 and 3.80(3H, each s), 5.76(1 H, s), 5.81(1H, s), 6.71 \sim 6. 74 (1H, m), 6. 89 \sim 6. 92 (1 H, m), 7. $06\sim7$. 08(1H, m), 7.29 and 7.31 (1H, each d), 7. $40 \sim 7$. 42(1H, m), 7. 65, 7. 70, 7. 75 and 7. 76 (2H, each m), 7. 99 (1/2H, s), 8. 58 (1 /2H, s); MS(FAB)m/z 414 $[(M^+ + 2) + 1], 412[(M^+) + 1];$ 元 素分析値C₁₈H₁₃N₄BrO₃の計算値(%)C,5 2.32; H, 3.17; N, 13.56, 測定 值(%) C,51.93; H,3.24; N,1 3.38.

【0164】(工程2) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-オキソー2H-ベンゾピラン-3-イル)-1H-テトラゾール

の合成

上記、ブロモ体と4-シクロブチルー2-エチニルチア ゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、得られたカップリング成績物をこれ以上精製することなく、実施例 1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300°C (再結晶溶媒:クロロホルム-n- \wedge キサン); IR ν maxc m^{-1} 2980, 2944, 2216, 1742, 1708, 1622, 1606, 1578, 1504; NMR (400Mz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.87 \sim 2.33 (6H, m), 3.63 \sim 3.72 (1H, m), 7.51 (1H, d), 7.54 (1H, s), 7.85 (1H, dd), 8.20 (1H, d), 8.53 (1H, s); MS (FAB) m/z 376 (M+1); 元素分析値 $C_{19}H_{13}N_5$ O_2 の計算値(%) C,60.79; H,3.49; N,18.66, 測定値(%) C,60.47; H,3.52; N,18.61.

【0165】 [実施例27] 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ベン ゾ [b] フリル) -1 H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-ブロモ-2-ベンゾ [b] フリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-プロモ-2-ベンゾ[b]フリル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(5-プロモ-2-ベンゾ[b]フリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 $143\sim145$ [°]C(再結晶溶媒: クロロホルムーエーテル); NMR(400Mz, CDC 1_3) δ p pm 3.79(3H, s), 5.78(2H,

s), 6.90(2H, d), 7.41(2H, d), 7.43(1H s), 7.47(1H,

s), 7.79(1H, s).

【0166】(工程2) 5-(5-イオド-2-ベン ゾ[b]フリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾールの合成

融点 136~138℃(再結晶溶媒:エーテルーへキサン); NMR(400Mz, CDCl₃)δppm 3.80(3H, s), 5.78(2H, s), 6.90(2H, d), 7.37(1H,

d), 7.41(1H s), 7.41(1H,

d), 7.63(1H, dd), 8.00(1 H, d).

【0167】(工程3) 5-(5-(2-(4-シク

ロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ベンゾ [b] フリル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H -テトラゾールの合成

5-(5-4オド-2-ベンゾ[b]フリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、、5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-ベンゾ[b]フリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 154~155℃ (再結晶溶媒:クロロホルム-エーテル); NMR (400Mz, CDCl₃) δp pm 1.89~2.11(2H, m), 2.28 ~2.43(4H, m), 3.70(1H,

m). 3.80(3H, s), 5.79(2H, s), 6.91(2H, d), 6.95(1H, s), 7.42(2H, d), 7.49(1H, s), 7.60(2H, s), 7.92(1H, s).

ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2ーベンゾ [b] フリル) -1 Hーテトラゾールの合成 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) <math>-2-ベンゾ [b] フリル) -2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾールを実施例1

【0168】(工程4) 5-(5-(2-(4-シク

融点 $207\sim212$ [°]C(再結晶溶媒: エタノールークロロホルムーn-ヘキサン); IR_{ν} max cm^{-1} 2 216; $NMR(400Mz, DMSO-d_6)$ δp pm 1.85 \sim 2.06(2H, m), 2.19 \sim 2.52(4H, m), 3.68(1H,

m). 7.53(1H, s), 7.74(1H,

の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

d), 7.77(1H, s), 7.88(1H, d), 8.16(1H, s); 元素分析值 $C_{18}H_{13}N_5$ OSの計算值(%) C, 62.23; H, 3.77; N, 20.16, 測定值(%) C, 61.95; H, 3.96; N, 20.10. 【0169】[実施例28] 5-(7-(2-(4-

ソー4 Hーベンゾピランー2ーイル) カルボン酸: (工程1) エチル 5ー(4ーオキソー7ートリフル オロメタンスルフォニルオキシー4 Hーベンゾピランー 2ーイル) カルボキシレートの合成

シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー4ーオキ

エチル 5-(7-ヒドロキシ-4-オキソ-4H-ベンゾピラン-2-イル)カルボキシレートを実施例22の工程3と同様に処理し、エチル 5-(4-オキソー7-トリフルオロメタンスルフォニルオキシー4H-ベンゾピラン-2-イル)カルボキシレートを得た。

融点 125~127℃ (再結晶溶媒: クロロホルムn-ヘキサン); IR ν max c m⁻¹ 2216; NM R (400Mz, CDCl₃) δ ppm 1.45(3 H, t), 4.48(2H, q), 7.15(1H, s), 7.37(1H, dd), 7.59(1H, d), 8.31(1H, d). 【0170】(工程2) エチル 5-(7-(2-

【0170】(工程2) エチル 5-(7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4 -オキソ-4H-ベンゾピラン-2-イル)カルボキシレートの合成

エチル 5-(4-オキソー7-トリフルオロメタンスルフォニルオキシー4H-ベンゾピラン-2-イル)カルボキシレートと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、エチル 5-(7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-オキソー4H-ベンゾピラン-2-イル)カルボキシレートを得た。

融点 138~141℃(再結晶溶媒:エーテル-n-ヘキサン); NMR(400Mz, CDC1₃) δp pm 1.44(3H, t), 1.91~2.43 (6H, m), 3.68~3.76(1H,

m), 4.47(2H, q), 7.04(1H, s), 7.13(1H, s), 7.61(1H, dd), 7.82(1H, d), 8.18(1H, d).

【0171】(工程3) 5-(7-(2-(4-)

融点 $240\sim243$ C (decomp.); IR ν max cm⁻¹ 2216, 1734, 1654; NMR (400 Mz, DMSO-d $_6$) δ ppm 1.87 \sim 2.32(6H, m), 3.65 \sim 3.73(1H, m), 6.96(1H, s), 7.62(1H, s), 7.76(1H, d), 8.08(1H, s), 8.09(1H, d); MS(FAB) m/z 352(M * +1); 元素分析值C $_{19}$ H $_{13}$ NO $_4$ S·1/4H $_2$ O $_0$ 計算值(%)C, 64.12; H, 3.82; N, 3.94, 測定值(%)C, 64.29; H, 3.83; N, 3.81.

【0172】 [実施例29] 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-ベン ゾ[b] チエニル) -1H-テトラゾール:

•

(工程1) 5-(5-イオド-3-ベンゾ [b] チエ ニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラ ゾールの合成

5-(5-4オド-3-ベンゾ[b]チエニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(5-4オド-3-ベンゾ[b]チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 134~136℃ (再結晶溶媒: クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400Mz, CDC1₃) δppm 3.80(3H, s), 5.80(2 H, s), 6.91~6.94(2H, m), 7.42~7.45(2H, m), 7.64(1 H, d), 7.70(1H, dd), 8.27 (1H, s), 9.09(1H, d).

【0173】(工程2) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-ベンゾ[b]チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-4オド-3-ベンゾ[b]チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-ベンゾ[b]チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。

NMR $(400 \, \text{Mz}, \text{CDC} \, l_3) \, \delta \, \text{ppm} \, 1.95$ $\sim 2.12 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m}), \, 2.30 \sim 2.41 \, (4 \, \text{H}, \, \text{m}), \, 3.67 \sim 3.75 \, (1 \, \text{H}, \, \text{m}), \, 3.79 \, (3 \, \text{H}, \, \text{s}), \, 5.83 \, (2 \, \text{H}, \, \text{s}), \, 6.91 \sim 6.93 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m}), \, 7.44 \sim 7.46 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m}), \, 7.62 \, (1 \, \text{H}, \, \text{d}), \, 7.89 \, (1 \, \text{H}, \, \text{d}), \, 8.37 \, (1 \, \text{H}, \, \text{s}), \, 8.99 \, (1 \, \text{H}, \, \text{d}).$

【0174】(工程3) 5-(5-(2-(4-)2-(4

融点 $125\sim127^{\circ}$ (再結晶溶媒: クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); IR_{ν} max cm^{-1} 2212; N MR (400Mz, $DMSO-d_6$) δ ppm1. 90 $\sim2.08(2H, m), 2.28<math>\sim2.32(4H, m)$, $3.64\sim3.72(1H, m)$, 7.54(1H, s), 7.75(1H, d), 8.28(1H, d), 8.67(1H, s), 8.93(1H, d); MS(FAB) m/z $364(M^{\circ}+1)$; 元素分析値 $C_{18}H_{13}N$

5 S₂ の計算値(%) C,59.48; H,3.6 1;N,19.27, 測定値(%) C,59.4 4; H,3.40; N,17.13.

【0175】 [実施例30] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -5-ベン ゾ[b] チエニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-5-ベンゾ [b] チエ ニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラ ゾールの合成

5-(3-4オド-5-ベンゾ[b]チエニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-4オド-5-ベンゾ[b]チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 155~157℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Delta + \psi$); NMR (400Mz, CDC1₃) $\delta ppm = 3.80(3H, s), 5.77(2$ H, s), $6.90\sim6.93(2H, m)$, 7.41~7.43(2H, m), 7.67(1 H, s), 7.94(1H, d), 8.16 (1H, d), 8.52(1H, s). 【0176】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー5ーベンゾ [b] チエニル) - 1 H - テトラゾールの合成 5- (3-イオド-5-ベンゾ [b] チエニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工 程4と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様 に脱ベンジル化反応を行い、表題物を得た。 融点 195~197℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー

N-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノー5-イオドーベンズアミドを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>N-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオドーベンズアミド、及び <math>N-(2-(4-メトキシベンジル)-2-H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオドーベンズアミドを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 3.7 5(3H s), 5.80(2H, s), 6.6 1(1H, d), 6.70 \sim 6.80(2H, b r), 6.93(2H, d), 7.39(2H, d), 7.50(1H d), 7.97(1H, br s), 8.02(1H, d).

【0178】(工程2) 5-(6-イオド-2,4-ジオキソ-1,2,3,4-テトラヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

上記、ヨウ素体1.4gをDMF10m1に溶解し、1,1'ーカルボニルジイミダゾール0.62gを加え80℃で2時間撹拌した。冷却後、反応液を1N塩酸100m1に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサ:-酢酸エチル=2:1)で精製し、5-(6-イオド-2,4-ジオキソ-1,2,3,4-デトラヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 3.8 2 (3H s), 5.79 (2H, s), 6.6 3 (2H, dd), 6.70 \sim 6.80 (1H, m), 7.10 (2H, d), 7.38 (1H, d), 7.89 (1H dd), 8.31 (1H, d).

【0179】(工程3) 5-(6-(2-(4-シ)0) ロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2, 4-ジオキソ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロキナゾリン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

5-(6-4オド-2、4-ジオキソ-1、2、3、4-テトラヒドロキナゾリン-3-4ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-4-ジオキソ-1、2、3、4-テトラヒドロキナゾリン-3-4ル)-2-4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール褐色油状物としてを得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.9 0~2.00(1H, m), 2.00~2.10(1

H, m), 2.20~2.40(4H, m), 3.61(3H, s), 3.60~3.70(1H, m), 5.79(2H, s), 6.65(2H, d), 7.00(1H, s), 7.00~7.10(1H, m), 7.12(2H, d), 7.37(1H, d), 7.77(1H, dd), 8.21(1H, d).

【0180】(工程4) 5-(6-(2-(4-シ)0)ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー2,4ージオキソー1,2,3,4ーテトラヒドロキナゾリンー3ーイル)ー1Hーテトラゾールの合成

5-(6-(2-(4-)20) - 2-4) アゾリル) エチニル) -2, 4-ジオキソー1, 2, 3, 4-テトラヒドロキナゾリン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2 H - テトラゾールを実施例1 の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点>300°C; NMR(400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.80 \sim 1.90(1H, m), 1.90 \sim 2.10(1H, m), 2.20 \sim 2.40(4H, m), 3.60 \sim 3.70(1H, m), 7.32(1H, d), 7.52(1H, s), 7.50 \sim 7.60(1H, br), 7.99(1H, dd), 8.13(1H, d), 12.10(1H, br); MS(FAB)m/z 392(M^+ +1); 元素分析値 $C_{18}H_{13}N_7$ O_2 S·3/2 H_2 Oの計算値(%) C, 55.38;H, 4.13; N, 17.94, 測定値(%) C, 55.59; H, 3.86; N, 17.78.

【0181】[実施例32] 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-オキ ソ-3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(6-イオド-4-オキソ-3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

N-(1-(4-x)+キシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオド-ベンズアミド、及び <math>N-(2-(4-x)+キシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオドーベンズアミドの混合物200mgにオルトぎ酸エチル1.8mlを加え、8時間加熱撹拌した。反応液を濃縮し得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:<math>n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、5-(6-イオド-4-オキソ-3,4ージヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-xトキシベンジル)-2H-テトラゾールを油状物として得

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 3.8$ 1 (3H, s), 5.80(2H, s), 6. 93 (2H, dd), 7.43 (2H, d), 7.50 (1H, d), 8.10 (1H, dd), 8.27 (1H, s), 8.69 (1H, d).

【0182】(工程2) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル-4-オキソー3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成5-(6-イオド-4-オキソ-3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル-4-オキソー3,4-ジヒドロキナゾリンー3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを褐色油状物としてを得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $0\sim2.00(1\text{H}, \text{m}), 2.00\sim2.10(1$ H, m), $2.20\sim2.40(4\text{H}, \text{m}),$ $3.61(3\text{H}, \text{s}), 3.60\sim3.70(1$ H, m), 5.79(2H, s), 6.65 (2H, d), 7.00(1H, s), 7.4 3(2H, d), 7.50(1H, d), 8. 10(1H, dd), 8.27(1H, s),8.69(1H, d).

【0183】(工程3) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-オキソー3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-1H-テトラゾールの合成

5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル-4-オキソ-3, 4-ジヒドロキナゾリン-3-4ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 189~190℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IRνmax cm⁻¹ 1956, 1886, 1550, 1290, 1048; NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δppm 1.80~1.90(1H, m), 1.90~2.00(1H, m), 2.20~2.40(4H, m), 3.50~3.60(1H, m), 7.52(1H, s), 7.84(1H, d), 8.10(1H, s), 8.25(1H, dd), 8.39(1H, d), 12.60(1H, br s); MS(FAB) m/z 394(M⁺ +1).

【0184】[実施例33] 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-オキソ-3H-トリアジン-3-イル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(6-イオド-4-オキソ-3H-ト

リアジン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

N-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールー5-イル)-2-アミノー5-イオドベンズアミド、及びN-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-アミノー5-イオドベンズアミドの混合物300mgに5.3%硫酸1.2m1及びエタノール0.2m1を加え、0~5℃で亜硝酸ナトリウム56mgを加え、4時間撹拌した。反応液を水水100m1に注ぎ析出結晶をろ取、水洗後、乾燥し、5-(6-イオドー4-オキソー3H-トリアジンー3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを黄色カラメル状油状物として得た。NMR(400MHz,CDC13) δ ppm 3.7

6 (3H, s), 6.04 (2H, s), 6. 99 (2H, dd), 7.45 (2H, d), 8.07 (1H, d), 8.52 (1H, d d), 8.59 (1H, d).

【0185】(工程2) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-オキソー3H-トリアジン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(6-4オド-4-オキソ-3H-トリアジン-3 -4ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと <math>4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(6-(2-(4-シ)2-3H-トリアジン-3-4ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを褐色油状物としてを得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $0\sim2.00(1\text{H}, \text{m}), 2.00\sim2.10(1$ H, m), 2.20 $\sim2.40(4\text{H}, \text{m}),$ $3.61(3\text{H}, \text{s}), 3.60\sim3.70(1$ H, m), 6.04(2H, s), 7.00 (1H, s), 7.12(2H, dd), 7. 20(2H, d), 8.07(1H, d),8.60(1H, dd), 8.63(1H, d).

【0186】(工程3) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-オキソ-3H-トリアジン-3-イル)-1H-テトラゾールの合成

5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-オキソ-3H-トリアジン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を待た。

融点 189~190℃ (再結晶溶媒: 水-エタノール); IR ν max c m⁻¹1618, 1550, 139

4,1290,996; NMR $(400MHz,DMSO-d_6)\delta ppm 1.80~1.90(1H,m), 1.90~2.00(1H,m), 2.20~2.40(4H,m), 3.50~3.60(1H,m), 7.50(1H,s), 7.99(1H,d), 8.55(1H,dd), 8.58(1H,d), 12.56(1H,brs); MS <math>(FAB)m/z$ 377 (M^++1) ; 元素分析值 $C_{17}H_{12}N_8$ OS· H_2 Oの計算值(%) C,51.77; H,3.58; N,28.41, 測定值(%) C,52.01; H,3.60; N,28.79.

【0187】[実施例34] 5-(7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-メトキシーベンゾ [b] チオフェン-2-イル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5~(7~イオド~3~メトキシ~ベンゾ[b] チオフェン~2~イル)~2~(4~メトキシベンジル)~2H~テトラゾールの合成

5-(7-4オド-3-メトキシーベンゾ[b]チオフェンー2-4ル)-1H-テトラゾールを実施例<math>1の工程3と同様に処理し、5-(7-4オド-3-メトキシーベンゾ[b]チオフェン-2-4ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 156~158℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.80(3H, s), 4.07 (3H, s), 5.77(2H, s), 6.9 0~6.92(2H, m), 7.16(1H, t), 7.41~7.43(2H, m), 7.78

(1H, d), 7.87(1H, d); MS (EI) m/z478 (M^*) ; 元素分析値 $C_{18}H_{15}$ IN4 O_2 の計算値(%) C, 45.20; H, 3.16; N, 11.72, 測定値(%) C, 45.40; H, 3.28; N, 11.48.

【0188】(工程2) 5-(7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-メトキシーベンゾ[b]チオフェン-2-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

(7-(2-(4-2)) + 7-(2-3)

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 5~2.07 (2H, m), 2.31~2.42 (4H, m), 3.68~3.77 (1H, m),

3.80(3H, s), 4.09(3H, s), 5.78(2H, s), 6.89~6.93(2H, m), 7.01(1H, s), 7.41~7.45(2H, m), 7.67(1H, dd), 7.88(1H, dd).

【0189】(工程3) 5-(7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-メトキシーベンゾ[b]チオフェン-2-イル)-1H-テトラゾールの合成

5-(7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-メトキシーベンゾ[b]チオフェン-2-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を橙褐色結晶性粉末として得た。

融点 $156\sim158$ $^{\circ}$ (再結晶溶媒: クロロホルムー $n- \wedge + \psi \nu$); NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ ppm $1.88\sim2.02$ (2H, m), $2.24\sim2.34$ (4H, m), $3.67\sim3.76$ (1H, m), 4.16 (3H, s), $7.61\sim7.65$ (2H, m), 7.89 (1H, d), 8.16 (1H, d); MS (FAB) m/z394 (M^+ +1); 元素分析値 $C_{19}H_{15}N_5$ OS $_2 \cdot 1/4H_2$ Oの計算値(%) C, 57.34; H, 3.93; N, 17.60, 測定値 (%) C, 57.33; H, 3.93; N, 17.49.

【0190】 [実施例35] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-フル オロフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-6-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-6-7)ルオロフェニル)-1H-7トラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-4オド-6-7)ルオロフェニル)-2-(4-3)トキシベンジル)-2H-7トラゾールを得た。

融点 99~101℃(再結晶溶媒:クロロホルム-n ーヘキサン); NMR(400MHz, CDC1₃) δppm 3.80(3H, s), 5.77(2 H, s), 6.89~6.92(2H, m), 7.39~7.42(2H, m), 7.71~7. 75(1H, m), 8.41~8.43(1H, m).

【0191】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-6-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4

として同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブ チル-2-チアゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 126~128℃ (再結晶溶媒: クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm 1.89 \sim 2.42(6H, m), $3.66\sim3.74(1H, m), 3.80(3$ H, s), 5.78(2H, s), 6.90 \sim 6.93(2H, m), 6.97(1H, s), 7. $21 \sim 7$. 26(1H, m), $7.41 \sim 7$. 43(2H, m), $7.63\sim7.67(1H, m)$ m), 8.35~8.38(1H, m). 【0192】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーフルオロ フェニル) -1 H - テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル)エチニル)-6-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の 工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $223\sim225$ C(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IR_{ν} max cm $^{-1}$ 3080, 2220, 1620, 1556, 1508; $NMR(400MHz, DMSO-d_6)\delta pp$ m 1.84 \sim 2.35(6H, m), 3.64 \sim 3.72(1H, m), 7.56(1H, s), 7.62 \sim 7.66(1H, m), 7.94 \sim 7.98(1H, m), 8.30 \sim 8.32(1H, m); MS(FAB) m/Z326(M^+ + 1); 元素分析値 $C_{16}H_{12}FN_5$ Sの計算値(%) C,59.06; H,3.72; N,21.52, 測定値(%) C,59.01; H,3.84; N,21.76.

【0193】[実施例36] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メチルフェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-4-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

融点 136~138℃ (再結晶溶媒: エーテルー n ー へキサン); NMR (400MHz, CDC l₃) δ ppm 2.74 (3H, s), 3.80 (3H, s), 5.72 (2H, s), 6.90 (2H, d), 7.31 (1H, d), 7.37 (2H, d), 7.99 (1H, dd), 8.77 (1H, d).

【0194】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -4-メチルフェニル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例<math>1の工程4として同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-メチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 0~2.11 (2H, m), 2.27~2.43 (4H, m), 2.57 (3H, s), 3.71 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.7 3 (2H, s), 6.91 (2H, d), 6.97 (1H, s), 7.34 (1H, d), 7.40 (2H, d), 8.04 (1H, dd), 8.32 (1H, d).

【0195】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メチルフェニル)-1H-テトラゾールの合成5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ

ル) エチニル) -4-メチルフェニル) -2-(4-メ トキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工 程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 180~182℃ (再結晶溶媒: 水-エタノー

 ν); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p pm 1.91~2.08(2H, m), 2.22~2.34(4H, m), 2.57(3H, s), 3.69(1H, m), 7.47(1H, s), 7.57(1H, d), 8.04(1H, d), 8.25(1H, s); 元素分析値 $C_{17}H_{15}N_5$ Sの計算値(%) C, 63.53; H, 4.70; N, 21.79, 測定値(%) C, 63.30; H, 4.83; N, 20.99.

C, 63. 30; H, 4. 83; N, 20. 99. 【0196】[実施例37] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-メトキシフェニル) -1 H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-4-メトキシフェニル)-2-(4-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-4-Xトキシフェニル)-1H-テトラゾールを実施例<math>1の工程3として同様に処理し、5-(3-4オド-4-Xトキシフェニル)-2-(4-Xトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 125~126℃(再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR(400MHz, CDC1 3) δppm 3.80(3H, s), 3.93 (3H, s), 5.71(2H, s), 6.8 8(1H, d), 6.91(2H, d), 7.3 7(2H, d), 8.09(1H, dd), 8.54(1H, d).

【0197】(工程2)5-(3-(2-(4-シクロ ブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー4ーメトキシフ ェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テト ラゾールの合成

5-(3-イオド-4-メトキシフェニル)-2-(4 -メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シク ロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4 として同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル)エチニル)-4ーメトキシフェ $(2-1)^{2} - (4 - 1)^{2} + (4$ ゾールを得た。

融点 99~100°C (再結晶溶媒:エーテル-n-へ pm 1.89 \sim 2.10(2H, m), 2.27 $\sim 2.41 (4H, m), 3.73 (1H,$

m), 3.80(3H, s), 3.96(3H, s), 5.72(2H, s), 6.91(2 H, d), 6.95(1H, s), 6.99 (1H, d), 7.39(2H, d), 8.13 (1H, dd), 8.31(1H, d).

【0198】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー4ーメトキシ フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -4-メトキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の 工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 215~217℃ (再結晶溶媒:エタノールーエ ーテル); NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ $\delta ppm 1.85\sim 2.06(2H, m), 2.1$ $9\sim2.34(4H, m)$, 3.68(1H, m), 3.99(3H, s), 7.40(1H,

d), 7.55(1H, s), 8.15(1 H, dd), 8.23(1H,d); 元素分析値 C₁₇H₁₅N₅OS·1/4H₂Oの計算値(%) C, 58.94; H, 4.66; N, 20.22, 測

定值(%) C,59.36; H,4.63; N, 19.90.

【0199】[実施例38] 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーヒド ロキシフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-6-(4-メトキシベ ンジル) オキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジ ル) - 2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-6-ヒドロキシフェニル)-1H-テトラゾールを2等量の4-メトキシベンジル クロリ ド及び炭酸カリウムを用い、実施例1の工程3と同様に 処理し、5-(3-イオド-6-(4-メトキシベンジ ル)オキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 159~160℃(再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm 3.79(3H, s), 3.81 (3H, s), 5.10(2H, s), 5.7 5(2H, s), 6.84(1H, d), 6.8 5 (2H, d), 6.87 (2H, d), 7. 34 (2H, d), 7.35 (2H, d), 7.64(1H, dd), 8.27(1H, d).

【0200】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)-6-(4-メ トキシベンジル) オキシフェニル) -2-(4-メトキ シベンジル)-2H-テトラゾールの合成 5-(3-イオド-6-(4-メトキシベンジル)オキ シフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾ ールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)-6-(4-メトキシベンジル)オキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール を得た。

融点 159~160℃ (再結晶溶媒: クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.88 \sim 2.10(2H, m), $2.26\sim2.41(4H, m)$, 3.68(1H, m), 3.79(3H, s), 3.81(3H, s), 5.17(2H, s), 5.74 (2H, s), 6.87(2H, d), 6.8 8(2H, d), 6.92(1H, d), 7. 07(1H, d), 7.35(2H, d), 7. 39 (2H, d), 7. 62 (1H, d d), 8.23(1H, d).

【0201】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー6ーヒドロキ シフェニル) -1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ

ル) エチニル) -6-(4-メトキシベンジル) オキシ フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テ トラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物 を得た。

融点 205~209℃(decomp.) (再結晶溶 媒:エタノール-エーテル): NMR(400MH z, DMSO- d_6) δ ppm 1.84 \sim 2.03 (2H, m), $2.18\sim2.33(4H, m)$ m), 3.66(1H, m), 7.15(1H, d), 7.49(1H, s), 7.70(1H, dd), 8.44(1H, d); 元素分析值C

 $_{16}H_{13}N_5$ OSの計算値(%) C,57.82; H,4.25; N,21.07, 測定値(%) C,57.43; H,4.32; N,20.79. 【0202】[実施例39] 5-(3-(2-(4-2)) シクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)-2-7 オロフェニル)-1 Hーテトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾールの合成

2,6-ルチジン1.65gに氷冷撹拌下にトリフルオロ酢酸0.32mlを加えた。同温度で0.5時間撹拌した後、アジ化ナトリウム270mgを加え、室温で1時間撹拌した。これに3-イオド-2-フルオロベンゾニトリル1gを加え、80℃で16時間撹拌した。反応液を2N塩酸50mlに加え、析出結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をクロロホルム-エタノールから再結晶し、5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾール1.05gをプリズム晶として得た。

融点182~184℃; NMR(400MHz, DM SO-d₆) δppm7.25(1H, m), 8.16(1H, m), 8.21(1H, m); M S(EI) m/z 290(M⁺); 元素分析値C₇ H₄ FIN₄ の計算値(%) C, 28.99; H, 1.39; N, 19.32, 測定値(%) C, 29.26; H, 1.59; N, 19.05.

【0203】(工程2) 5-(3-イオド-2-フル オロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H -テトラゾールの合成

5-(3-4オド-2-7)ルオロフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-4オド-2-7)ルオロフェニル)-2-(4-3)トキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 $124\sim126$ ℃; NMR(400MHz, DM SO- d_6) δ ppm3.75(3H, s), 5.95(2H, s), 6.97(2H, d),

7. 18(1H, t), 7. 40(2H, d), 8. 03(2H, m); MS(EI)m/z 4 10(M⁺); 元素分析値C₁₅H₁₂FIN₄Oの計算 値(%) C, 43. 92; H, 2. 95; N, 1 3. 66, 測定値(%) C, 43. 89; H, 3. 02; N, 13. 83.

【0204】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

 ニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラ ゾールを得た。

融点 114~116℃(再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR(400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.92 \sim 2.40(6H, m), $3.66\sim3.75(1H, m)$, 3.80(3)H, s), 5.78(2H, s), 6.89 \sim 6.93(2H, m), 6.99(1H, s), 7. 27 (1H, t), 7. $40 \sim 7$. 43 (2) H, m), $7.65 \sim 7.69$ (1H, m), 8. $13 \sim 8$. 17 (1H, m) ; MS (FAB) m/z 445 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₄ H₂₀ F N₅ OSの計算値(%) C, 64.70; H, 4. 52; N, 15.72, 測定值(%) C, 64. 73; H, 4. 56; N, 15. 81. 【0205】(工程4) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)-2-フルオロ フェニル) -1 H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

(工程1) 5-(3-イオド-6-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール204mgをDMSO10mlに溶解し、メタンチオールナトリウム塩(約15%含有水溶液)0.5mlを加え、室温で3時間撹拌した。反応液を、1N塩酸100mlに注ぎ、析出結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、5-(3-イオド-6-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール183mgを針状晶として得た。

融点138~140℃; NMR(400MHz, CD

 Cl_3) δ ppm 2.46 (3H, s), 3.8 0 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6.8 9~6.91 (2H, m), 7.05 (1H, d), 7.69 (1H, dd), 8.29 (1H, d); MS (EI) m/z 438 (M+); 元素分析值 $Cl_6H_{15}IN_4$ OSの計算值 (%) C, 43.85; H, 3.45; N, 12.78, 測定值 (%) C, 44.17; H, 3.55; N, 12.91.

ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメチルチオフェニル) ー1 Hーテトラゾールの合成5ー(3ーイオドー6ーメチルチオフェニル) ー2ー(4ーメトキシベンジル) ー2Hーテトラゾールと4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、引き続き、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0207】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク

融点 $114\sim116$ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IR_{ν} max cm^{-1} 2216; NM R (400MHz, $DMSO-d_6$) δ pp m 1.86 \sim 2.32 (6H, m), 2.67 (3H, s), 3.63 \sim 3.71 (1H, m), 7.5 3 (1H, s), 7.57 (1H, t), 7.82 (1H, dd), 7.99 (1H, d); MS (FAB) m/z 354 (M^* +1); 元素分析値 $C_{17}H_{15}N_5$ S_2 の計算値(%) C,57.77; H,4.28; N,19.81, 測定値 (%) C,57.31; H,4.34; N,1

9.65.

(工程1) 5-(6-クロロ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(6-000-3-4オドフェニル) -1 Hーテトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(6-000-3-4オドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾールを得た。

融点90~91℃; NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 3.80(3H, s), 5.77(2H, s), 6.89(2H, d), 7.23(1H, d), 7.39(2H, d), 7.68(1H, d), 8.25(1H, d).

【0209】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-クロロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(6-クロロ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロ

ブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と 同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -6-クロロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを 得た。

融点 66~67℃(再結晶溶媒:エーテルーnーへキサン); NMR(400MHz, CDCl₃)δppm 1.88~2.11(2H, m), 2.26~2.42(4H, m), 3.69(1H, m), 3.81(3H, s), 5.79(2H, s), 6.91(2H, d), 6.97(1H, s), 7.41(2H, d), 7.51(1H, d), 7.58(1H, dd), 8.17(1H, d).

【0210】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-クロロフェニル)-1H-テトラゾールの合成

融点 183~185℃ (再結晶溶媒: エタノールーエーテル); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.86~2.02(2H, m), 2.18~2.31(4H, m), 3.68(1H, m), 7.57(1H, s), 7.83(1H, d), 7.90(1H, d), 8.13(1H, s); MS(EI) m/z 341(M⁺); 元素分析値C₁₆H₁₂N₅ C1Sの計算値(%) C, 56.22; H, 3.54; N, 20.49, 測定値(%) C, 56.02; H, 3.63; N, 20.21.

【0211】 [実施例42] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-クロロフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(2-クロロ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(2-0ロロ-3-イオドフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(2-00ロロ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 $91\sim92\%$; NMR (400MHz, CDC 1_3) δ ppm 3.76(3H, s), 5.78 (2H, s), 6.90(2H, d), 7.06 (1H, t), 7.40(2H, d), 7.8 2(1H, d), 7.99(1H, d).

【0212】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テト

ラゾールの合成

5-(2-0ロロ-3-イオドフェニル) -2-(4-1)メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(3-(2-(4-))2)ルー2-チアゾリル) エチニル) -2-0ロロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 69~70℃ (再結晶溶媒: エーテルーn-ヘキサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.89~2.11(2H, m), 2.26~2.40(4H, m), 3.72(1H, m), 3.80(3H, s), 5.79(2H,

s), 6.91(2H, d), 7.00(1H, s), 7.34(1H, t), 7.41(2H, d), 7.72(1H, d), 7.97

【0213】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-クロロフェニル)-1H-テトラゾールの合成

融点 167~170℃ (再結晶溶媒:水-エタノール); IRνmax cm⁻¹2220; NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δppm 1.83~2.1 0 (2H, m), 2.19~2.35 (4H,

m), 3.70(1H, m), 7.61(1H, s), 7.65(1H, t), 7.92(1H, dd), 8.02(1H, dd); MS (EI) m/z341(M^*); 元素分析值 $C_{16}H_{12}$ N₅ C1Sの計算值(%) C,56.22; H,3.54; N,20.49, 測定值(%) C,56.35; H,3.76; N,19.94.

【0214】[実施例43] 5-(3-(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フル オロフェニル)-1H-テトラゾール

(工程1) 5-(3-(2-(4-イソプロピル-2 ーチアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの 合成

実施例39で合成した、5-(3-4)オドー2-フルオロフェニル)-2-(4-3)キシベンジル)-2 Hーテトラゾールと4-4ソプロピルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-4))プロピルー2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-2-(4-3)キシベンジル)-2Hーテトラゾールを得た。

融点116~119℃; NMR (400MHz, CD

 Cl_3) δ p p m 1.35 (6 H, d), 3.1 2~3.19 (1 H, m), 3.80 (3 H, s), 5.78 (2 H, s), 6.89~6.9 2 (2 H, d), 6.98 (1 H, s), 7.2 7 (1 H, t), 7.39~7.41 (2 H, d), 7.64~7.68 (1 H, m), 8.1 2~8.17 (1 H, m); MS (EI) m/z 433 (M+); 元素分析值 C_{23} H₂₀ FN₅ OSの計算值(%) C, 63.73; H, 4.65; N, 16.16, 測定值(%) C, 63.69; H, 4.69; N, 16.22.

【0215】(工程2) 5-(3-(2-(4-イソ プロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-イソプロピル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 155~158℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2220; NM R (400MHz, DMSO-d₆) δppm1. 28 (6H, d), 3.07~3.16(1H,

m), 7.55(1H, t), 7.58(1H, s), 7.97 \sim 8.00(1H, m), 8.17 \sim 8.20(1H, m); MS(EI) m/z 313(M $^+$); 元素分析値 $C_{15}H_{12}FN_5$ Sの計算値(%) C,57.49; H,3.86; N,22.35, 測定値(%) C,57.50; H,3.95; N,22.29.

【0216】 [実施例44] 5-(3-(2-(4-n-)) 5-(3-(2-(4-n-))) -(3-(2-(4-n-))) -(3-(4-n-)) -(3-(4-n-))

(工程1) 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

実施例39で用いた、5-(3-4オド-2-7ルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-n-プロピル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、<math>5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-7ルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点97~99℃; NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 0.98(3H, t), 1.78(2H, m), 2.80(2H, t), 3.80(3H, s), 5.78(2H, s), 6.89~6.91(2H, d), 6.98(1H, s), 7.27(1H, t), 7.40~7.42(2H, d), 7.64~7.68(1H,

m), 8.12~8.16(1H, m); MS (EI) m/z 433(M^*); 元素分析値 C_{23} H $_{20}$ FN $_5$ OSの計算値(%) C,63.73; H,4.65;N,16.16, 測定値(%) C,6 3.58; H,4.71; N,16.02. 【0217】(工程2) 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 149~152℃(再結晶溶媒:クロロホルムー n-へキサン); IRνmax cm⁻¹ 2224; NMR(400MHz,DMSO-d₆)δppm0.92(3H, t), 1.70(2H, m), 2.75(2H, t), 7.55(1H, t), 7.59(1H, s), 7.94~8.01(1H, m), 8.14~8.22(1H, m); MS(EI)m/z 313(M⁺); 元素分析値C₁₅H₁₂FN₅ Sの計算値(%) C,57.49; H,3.86; N,22.35, 測定値(%) C,57.47; H,3.98; N,22.11.【0218】[実施例45] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルフェニル)-1H-テトラゾール:(工程1) 5-(3-イオド-2-メチルフェニル)

の合成 $5-(3-4\pi)-2-3\pi$ クーク $5-(3-4\pi)-3\pi$ クーク $5-(3-4\pi)$

【0219】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-2-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 140~142℃ (再結晶溶媒:エーテル-n-

へキサン); NMR (400MHz, CDC 1_3) δ ppm $1.88\sim2.11(2H, m), 2.27 \sim2.42(4H, m), 2.77(3H, s), 3.69(1H, m), 3.81(3H, s), 5.77(2H, s), 6.91(2H, d), 6.97(1H, s), 7.30(1H, t), 7.41(2H, d), 7.67(1H, dd), 7.96(1H, dd); 元素分析値<math>C_{25}H_{23}N_5$ OSの計算値(%) C, 68.00; H, 5.25; N, 15.86, 測定値(%) C, 67.83; H, 5.26; N, 15.94.

【0220】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルフェニル)-1H-テトラゾールの合成5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

5-(3-イオド-2-トリフルオロメチルフェニル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理 し、5-(3-イオド-2-トリフルオロメチルフェニ ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ールを油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 3.8$ 1(3H, s), 5.76(2H, s), 6. 91(2H, d), 7.22(1H, t), 7.36(2H, d), 7.48(1H, d),8.22(1H, d).

【0222】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-トリフルオロメチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-トリフルオロメチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと <math>4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1 の工程4と同様に処理し、<math>5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-トリフルオロメチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 0~2.11(2H, m), 2.26~2.43(4H, m), 3.63~3.77(1H, m), 3.81(3H, s), 5.78(2H, s), 6.91(2H, d), 7.02(1H, s), 7.38(2H, d), 7.57~7.63(1H, m), 7.88~7.90(1H, m).

【0223】(工程3) 5-(3-(2-(4-)

実施例 1の工程 5 と同様に処理し、表題物を得た。 融点 $209\sim211^{\circ}C$ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); IR_{ν} max cm^{-1} 2224; N MR (400 MHz, $DMSO-d_6$) δ pp m 1 . 8 $9\sim2$. 04 (2H, m) , 2 . $21\sim2$. 35 (1H, m) , 3 . 70 (1H, m) , 7 . 63 (1H, s) , 7 . 80 (1H, d) , 7 . 94 (1H, t) , 8 . 19 (1H, d) ; MS (FAB) m/z 376 $(M^+ +1)$; \overline{L} \overline{L}

【0224】[実施例47] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-トリ フルオロメチルフェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-6-トリフルオロメチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-6-トリフルオロメチルフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(3-4オド-6-トリフルオロメチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点59~61℃; NMR(400MHz, CDC1 3) δppm 3.81(3H, s), 5.77 (2H, s), 6.91(2H, d), 7.3 8(2H, d), 7.52(1H, d), 7. 94(1H, dd), 8.22(1H, d). 【0225】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-トリフルオロメチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -6-トリフルオロメチルフェニル) -1 H-テトラゾールと <math>4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-トリフルオロメチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $9\sim2.17(2H, m)$, 2.27 $\sim2.41(4$ H, m), 3.70(1H, m), 3.81(3H, s), 5.78(2H, s), 6.92(2H, d), 7.00(1H, s), 7. 39 (2H, d), 7.78 (1H, d), 7. 83(1H, d), 8.08(1H, s). 【0226】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー6ートリフル オロメチルフェニル) -1 H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -6-トリフルオロメチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを 実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 209~211℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノールーnーヘキサン); $IR\nu$ max cm^{-1} 2 224; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.84 \sim 2.06(2H, m), 2.1 $9\sim2.34(1H, m), 3.69(1H,$ m), 7.61(1H, s), $8.03\sim8.1$ 3(1H, m), 8.16(1H, s); MS (FAB) m/z 376 (M+ +1); 元素分析 値C₁₇H₁₂F₃ N₅ Sの計算値(%)C,54.40; H, 3. 22; N, 18. 66, 測定値(%) C, 54. 29; H, 3. 38; N, 18. 41. 【0227】[実施例48] 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -5ーメト キシカルボニルフェニル) -1H-テトラゾール: (工程1) 5-(3-イオド-5-メトキシカルボニ ルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-

5-(3-4オド-5-メトキシカルボニルフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(3-4オド-5-メトキシカルボニルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

テトラゾールの合成

融点 97℃; IR ν max c m⁻¹ 1728; NM

R (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.80 (3H, s), 3.95(3H, s), 5.75(2H, s), 6.91(2H, d), 7. 39 (2H, d), 8.44 (1H, s), 8.66(1H, d), 8.74(1H, s); MS(EI)m/z 450(M+); 元素分析值C 17H₁₅IN₄O₃の計算値(%) C, 46.35; H, 3.36; N, 12.44, 測定値(%) C, 46.08; H, 3.65; N, 12.50. 【0228】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー5ーメトキシ カルボニルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 5-(3-イオド-5-メトキシカルボニルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール と4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例 1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シ クロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -5-メトキ シカルボニルフェニル)-2-(4-メトキシベンジ ル) - 2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 $3\sim2.40(6H, m)$, 3.71(1H, m), 3.81 (3H, s), 3.97 (3H, s), 5.75(2H, s), 6.92(2 H, d), 6.99(1H, s), 7.41(2H, d), 8.32(1H, d), 8.54 (1H, t), 8.79(1H, d). 【0229】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -5-メトキシ カルボニルフェニル) - 1 H - テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -5-メトキシカルボニルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを 実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 189~191℃ (再結晶溶媒:塩化メチレ ν); IR ν max cm⁻¹2224, 1720; NM R (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.8 $0\sim2.32(6H, m), 3.69(1H,$ m), 3.98(3H, s), 7.60(1H, s), 8.32(1H, s), 8.53(1 H, s), 8.68(1H, s); MS(FA B) m/z 366(M+ +1); 元素分析值C₁₈ H₁₅ N₅ O₂ Sの計算値(%) C, 59.16; H, 4.14; N, 19.17, 測定値(%) C, 58. 79; H, 4. 14; N, 18. 76. 【0230】[実施例49] 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメト キシフェニル) - 1 H - テトラゾール: (工程1) 5-(3-イオド-6-メトキシフェニ

ールの合成 5-(3-イオド-6-メトキシフェニル)-1H-テ トラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-イオドー6-メトキシフェニル)-2-(4-メ トキシベンジル) - 2 H - テトラゾールを得た。 融点 133~135℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR(400MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm 3.80(3H, s), 5.76 (2H, s), 6.80(1H, d), 6.8 $9\sim6.91(2H, m)$, $7.37\sim7.39(1$ H, m), 7.70(1H, dd), 8.20(1H, d); MS(EI) m/z 422 (M⁺); 元素分析値C₁₆H₁₅IN₄O₂の計算値 (%) C, 45. 52; H, 3. 58; N, 13. 27, 測定値(%) C, 45. 49; H, 3. 6 8; N, 13. 29. 【0231】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー6ーメトキシ フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テ トラゾールの合成 5-(3-イオド-6-メトキシフェニル)-2-(4 -メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シク ロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4 と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル -2-チアゾリル) エチニル) -6-メトキシフェニ ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ 融点98~101℃; NMR (400MHz, CDC l_3) δppm 1. 93~2. 40 (6H, m), 3. 71 (1H, m), 3. $64\sim3$. 73 (1 H, m), 3.80(3H, s), 3.96(3H, s), 5.77(2H, s), 6.89 \sim 6.92(2H, m), 6.93(1H, s), 7.03(1H, d), 7.38 \sim 7.4 2(2H, m), 7.66(1H, dd), 8. 17 (1H, d); MS(EI) m/z 45 7 (M⁺); 元素分析値C₂₅ H₂₃ N₅ O₂ Sの計算値 (%) C, 65. 63; H, 5. 07; N, 1 5.31, 測定値(%) C,65.40; H, 5.03; N, 15.45. 【0232】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー6ーメトキシ フェニル) - 1 H - テトラゾールの合成

フェニル) -1 Hーテトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) <math>-6 - メトキシフェニル) -2-(4-3) メトキシベンジル) -2 Hーテトラゾールを実施例1の 工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 219~221℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IR ν max c m⁻¹ 2216; NM R (400MHz, DMSO-d₆) δppm1.86 \sim 2. 34 (6H, m), 3.63 \sim 3.71 (1H, m), 4.04 (3H, s), 7.39 (1H, d), 7.51 (1H, s), 7.88 (1H, dd), 8.29 (1H, d); MS (EI) m/z 337 (M $^+$); 元素分析値 C_{17} H $_{15}$ N $_5$ OSの計算値 (%) C,60.52; H,4.48; N,20.76, 測定値 (%) C,60.50; H,4.60; N,20.93.

(工程1) 5-(3-イオド-2-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-2-メチルチオフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-イオド-2-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 2.3 0 (3H, s), 3.80 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6.88 \sim 6.92 (2H, m), 7.07 (1H, t), 7.38 \sim 7.4 1 (2H, m), 7.61 (1H, dd), 8.06 (1H, dd).

【0234】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-2-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブ チル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 9~2.40 (6H, m), 2.44 (3H,

s), 3.67~3.75(1H, m), 3.8 0(3H, s), 5.79(2H, s), 6. 89~6.91(2H, m), 6.99(1H, s), 7.36(1H, d), 7.40~7.4 2(2H, m), 7.69(1H, dd), 7.73(1H, dd).

【0235】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルチオフェニル)-1H-テトラゾールの合成

5- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メチルチオフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1

の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

(工程1) 5-(3-イオド-5-ブロモフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

【0237】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-5-ブロモフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-5-プロモフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-4アゾリル)エチニル)-5-プロモフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た

融点 127~129℃(再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR(400MHz, CDC1 3) δppm 1.95~2.09(2H, m), 2.29~2.40(4H, m), 3.68~3. 72(1H, m), 3.80(3H, s), 5.73(2H, s), 6.91(2H, d), 6.99(1H, s), 7.40(1H, d), 7.78(1H, t), $8.29\sim8.39(1H, m)$; $MS(FAB)m/z508[(M^*+2)+1)]$, $506[(M^*)+1)]$; 元素分析值 $C_{24}H_{20}BrN_5OS\cdot1/4H_2OO$ 計算值(%) C,56.42; H,4.04; N,13.71, 測定值(%) C,56.49; H,4.0

【0238】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-5-ブロモフェニル)-1H-テトラゾールの合成

融点 104~105℃(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルム-エタノール-n-ヘキサン); I Rνmax cm⁻¹ 2210; NMR(400MHz, DMSO-d₆) δppm 2.06(2H, m),

DMSO-d₆) δ p p m 2.06 (2H, m), 2.19~2.32 (4H, m), 3.73 (1H, m), 7.59 (1H, s), 8.14 (1H, s), 8.28 (1H, s), 8.30 (1H, s); MS (FAB) m/z 388 [(M+2)+1)], 386 [(M+)+1)]; 元素 分析値 $C_{16}H_{12}BrN_5$ S·1/4 H_2 Oの計算値 (%) C, 49.18; H, 3.22; N, 17.92, 測定値 (%) C, 49.20; H, 3.12; N, 17.88.

【0239】 [実施例52] 5-(3,5-ビス(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-1 H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3,5-ジイオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成 <math>5-(3- ブロモー5- イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例16の工程2と同様に処理し、5-(3,5- ジイオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

【0240】(工程2) 5-(3,5-ビス(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3,5-ジイオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル

-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に 処理し、5-(3,5-ビス(2-(4-シクロブチル -2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを茶褐色アモ ルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.9 0~2.11(4H, m), 2.28~2.42(8 H, m), 3.66~3.75(1H, m), 3.80(3H, s), 5.74(2H, s), 6.92(2H, d), 6.98(2H, s), 7.41(2H, d), 7.82(1H, s), 8.37(2H, d). 【0241】(工程3) 5-(3,5-ビス(2-

ニル)-1 Hーテトラゾールの合成 5-(3,5-ビス(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェ

融点 $212\sim214$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max c m⁻¹ 2216; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.85~2.06 (4 H, m), 2.19~2.34 (8H, m), 3.65~3.73 (2H, m), 7.59 (1 H, s), 8.16 (1H, s), 8.36 (2H, d); MS (FAB) m/z 469 (M⁺+1); 元素分析値C₂₅ H₂₀N₆ S₂·3/4H₂ Oの計算値(%) C,62.28; H,4.49; N,17.43, 測定値(%) C,62.46; H,4.38; N,17.49.

【0242】[実施例53] 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-(1 H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-4オド-3-(-2-(4-メ)+キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-4オド-3-(-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)フェニル)-1 H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(5-4オド-3-(-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 183~186℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.80 (6H, s), 5.74 (4H, s), 6.91 (4H, d), 7.3 9 (4H, d), 8.56 (2H, d), 8.8 2~8.83 (1H, m).

【0243】(工程2) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(5-イオド-3-(-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); IRνmax cm⁻¹ 2220; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.88~2.04 (2H, m), 2.23~2.35 (4H, m), 3.66~3.74 (1H, m), 7.61 (1H, s), 8.46 (2H, d), 8.86~8.87 (1H, m); 元素分析値C₁₇H₁₃N₉ S·1/2H₂ Oの計算値(%) C,53.12; H,3.67; N,32.79, 測定値(%) C,53.25; H,4.05; N,33.06.

【0244】[実施例54] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-2-メトキシフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(3-4オド-2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 65~69℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー nーへキサン); NMR (400MHz, CDC13) δ ppm 3.78(3H, s), 3.80(3H, s), 5.77(2H, s), 6.88~6.91(2H, m), 6.97(1H, t), 7.39~7.41(2H, m), 7.90(1H, dd); MS(EI) m/z422(M⁺); 元素分析値C16H15IN4O2の計算値(%) C,45.52; H,3.58; N,13.27, 測定値(%) C,45.69; H,3.75; N,13.48.

【0245】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4

と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と 同様に処理し、表題物を得た。

融点 153~155℃ (再結晶溶媒:クロロホルム $n - (n + \tau)$; IR $\nu \max cm^{-1} 2216$; N MR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm1. 8 $5\sim2.34$ (6H, m), $3.65\sim3.73$ m), 4. 01 (3H, s), 7. 42 (1H, (1H, t), 7.59(1H, s), 7.88(1H, dd), 8.12(1H, dd); M S(EI) m/z 337(M⁺); 元素分析值C₁₇ H₁₅ N₅ O S の計算値 (%) C, 60.52; H, 4.48; N, 20.76, 測定値(%) C, 6 0.34; H, 4.53; N, 20.60. 【0246】[実施例55] エチル 4-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニルー2ー(1 H-テトラゾール-5-イル)フェノキシアセテート: (工程1) エチル 4-(2-イオド-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)フェノキシアセテート 及び エチル 4-(2 H-テトラゾール-5-イル) フェノキシアセテートの 合成

4-(2-4オド-2-(1H-テトラゾール-5-4 ル) フェノキシアセテートを実施例1の工程3と同様に処理し、4-(2-4オド-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-4ル) フェノキシアセテート及び エチル 4-(2-4オド-2-(2-(4-メトキシ-5-4ル)-2H-テトラゾール-5-4ル) フェノキシアセテートを約1:1の混合物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.2$ 6 and 1.29 (3H, each t), 3.76 and 3.79 (3H, eachs), 4.23 and 4.25 (2H, each q), 4.59 and 4.70 (2H, s), 5.58 and 5.75 (2H, each s), 6.63 and 6.72 (1H, each d), 6.74~6.76 and 6.88~6.90 (2H, each m), 6.98~7.0 0 and 7.38~7.41'2H, each m), 7.52 (1/2H, d), 7.67 and 7.76 (1H, each dd), 8.27 (1/2H, d).

【0247】(工程2) エチル 4-(2-(4-)クロブチル-2-チアゾリル) エチニル-2-(1H-テトラゾール-5-イル) フェノキシアセテートの合成 エチル 4-(2-イオド-2-(1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) フェノキシアセテートとエチル 4-(2-イオド-2-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-

イル)フェノキシアセテートの混合物(1:1)と4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $176\sim178$ [°]C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); IR ν max c m⁻¹ 2216, 1730; NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ p pm 1.26 (3 H, t), $1.84\sim2.33$ (6 H, m), $3.63\sim3.71$ (1 H, m), 4.17 (2 H, q), 5.13 (2 H, s), 7.34 (1 H, d), 7.52 (1 H, s), 7.83 (1 H, d), 8.31 (1 H, s); MS (EI) m/z 409 (M+); 元素分析値 C_{20} H₁₉ N₅ O₃ Sの計算値(%) C, 58.67; H, 4.68; N, 17.10, 測定値(%) C, 58.67; H, 4.68; N, 17.16.

【0248】 [実施例56] 4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル-2-(1H-テトラゾール-5-イル) フェノキシ酢酸: エチル 4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル-2-(1H-テトラゾール-5-イル) フェノキシアセテート350mgにTHF5ml及び0.25N水酸化ナトリウム水溶液10mlを加え、室温で1時間撹拌した。反応液を水100mlに注ぎ、1N塩酸10mlを加えた。析出した結晶を、ろ取、水洗後乾燥した。粗結晶をクロロホルム-エタノールから再結晶し、表題物290mgを結晶性粉末として得た。

融点 $251\sim255$ ℃; IR ν max cm $^{-1}$ 2216,1720; NMR(400MHz,DMSO-d 6) δ ppm 1.86 \sim 2.34(6H, m),3.63 \sim 3.71(1H, m),5.06(2H, s),7.34(1H, d),7.52(1H, s),7.85(1H, dd),8.34(1H, d); MS(EI)m/z 381(M $^{+}$); 元素分析値 C_{18} H $_{15}$ N $_{5}$ O $_{3}$ Sの計算値(%) C,56.68; H,3.96; N,18.36, 測定値(%) C,56.54; H,4.10; N,18.14.

【0249】[実施例57] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ヒドロキシフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(2-ヒドロキシ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(2-ヒドロキシ-3-イオドフェニル)-1H-テトラゾールを、2等量の4-メトキシベンジル クロリド及び炭酸カリウムを用い、実施例1の工程3と同様に処理し、5-(2-ヒドロキシ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ

ールを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) & ppm 3.78 (3H, s), 3.82 (3H, s), 4.89 (2H, s), 5.73 (2H, s), 6.84~6.88 (4H, m), 6.99 (1H, t), 7.32~7.34 (2H, m), 7.37~7.40 (2H, m), 7.94 (1H, dd), 8.04 (1H, dd). 【0250】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)ー2ーヒドロキシフェニル)ー1Hーテトラゾールの合成 5-(2ーヒドロキシー3ーイオドフェニル)ー2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールと4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $195\sim199$ °C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム); IR_{ν} max cm^{-1} 3116, 2980, 2948, 2216, 1616, 1588, 1554, 1512; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm1.84 \sim 2.34 (6H, m), 3.63 \sim 3.72 (1H, m), 7.16 (1H, t), 7.52 (1H, s), 7.75 (1H, dd), 8.04 (1H, dd); MS (EI) m/z 323 (M $^+$); 元素分析値C₁₆H $_{13}$ N₅ OSの計算値(%) C, 58.61; H, 4.15; N, 21.36, 測定値(%) C, 58.69; H, 4.13; N, 21.04. 【0251】[実施例58] 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー2ーイソプロポキシフェニル)ー1Hーテトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-2-イソプロポキシフェニル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-2-4ソプロポキシフェニル)-1 H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、 <math>5-(3-4オド-2-4ソプロポキシフェニル)-1 -(4-メトキシベンジル)-1 H-テトラゾールを油状物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.0$ 5 (6H, d), 3.71 (3H, s), 4. 05~4.06 (1H, m), 5.51 (2H, s), 6.68~6.71 (2H, m), 6.8 9~6.92 (2H, m), 6.91 (1H, t), 7.29 (1H, dd), 7.99 (1H, dd).

【0252】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-イソプロポキシフェニル)-1H-テトラゾールの合成5-(3-イオド-2-イソプロポキシフェニル)-1

- (4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $193\sim196$ ^C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); $IR\nu$ max cm $^{-1}$ 3096, 2976, 2216, 1600; NMR (400MHz, CDCl $_3$) δ ppm 1.33(6 H, d), 1.92 \sim 2.45(6H, m), 3.72 \sim 3.80(1H, m), 5.10 \sim 5.18(1H, m), 7.04(1H, s), 7.28(1H, t), 7.66(1H, d), 8.37(1H, d), 13.30(1H, br s); MS(EI)m/z 365(M $^+$); 元素分析値C $_{19}$ H $_{19}$ N $_{5}$ OSの計算値(%) C, 62.44; H, 5.24; N, 19.16, 測定値(%) C, 62.45; H, 5.27; N, 19.29.

【0253】 [実施例59] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メチ ルフェニル) -1 H-テトラゾール

(工程1) 5-(3-イオド-6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

融点 67~69℃(再結晶溶媒:エタノールー水); NMR(400MHz, CDC1₃) δppm 1. 33(6H, d), 2.56(3H, s), 3.81(3H, s), 5.75(2H, s), 6.21(2H, d), 7.04(1H, d), 7.39(2H, d), 7.65(1H, d d), 8.33(1H, d).

【0254】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.9 0~2.00 (1H, m), 2.00~2.10 (1H, m), 2.30~2.50 (4H, m), 2.65 (3H, s), 3.60~3.80 (1

H, m), 3.81(3H, s), 5.76 (2H, s), 6.92(1H, s), 6.9 3(2H, d), 7.31(1H, d), 7. 42(2H, dd), 7.55(1H, dd), 8.25(1H, d).

【0255】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルフェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) <math>-6-メチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0256】[実施例60] 5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) $5-(2-4\pi)$ 7ェニル) $-2-(4-3\pi)$ 4トキシベンジル) -2H-7トラゾールの合成 $5-(2-4\pi)$ 7ェニル) -1H-7トラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、 $5-(2-4\pi)$ 7ェニル) $-2-(4-3\pi)$ 7・ブールを油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 3.8$ 0 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6. $88\sim6.92 (2\text{H}, d), 7.11\sim7.15$ $(1\text{H}, \text{m}), 7.40\sim7.45 (3\text{H}, \text{m}), 7.71\sim7.73 (1\text{H}, \text{m}), 8.0$ $0\sim8.02 (1\text{H}, \text{m}).$

【0257】(工程2) 5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(2-4オドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ

リル)エチニル)フェニル)-2-(4-)トキシベンジル)-2Hーテトラゾールを褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDC 1_3) δ ppm 1.9 $1\sim2.08$ (2H, m), $2.30\sim2.39$ (4H, m), $3.68\sim3.73$ (1H, m), 3.77 (3H, s), 5.79 (2H, s), $6.81\sim6.84$ (2H, m), 6.96 (1H, s), $7.41\sim7.43$ (2H, m), $7.72\sim7.75$ (1H, m), $8.13\sim8.15$ (1H, m).

【0258】(工程3) 5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

融点 $146\sim147^{\circ}(\text{decomp.})$ (再結晶溶媒: クロロホルムーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 2216; NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm $1.82\sim2.04$ (2H, m), 2.18 \sim 2.46 (4H, m), 3.61 \sim 3.70 (1H, m), 7.53 (1H, s), 7.67 \sim 7.73 (2H, m), 7.88 \sim 7.91 (2H, m); MS (FAB) m/z 308 (M $^{+}$ +1); 元素分析値 $C_{16}H_{13}N_{5}$ Sの計算値(%) C,62.51; H,4.26; N,22.79, 測定値(%) C,62.09; H,4.28; N,22.56.

【0259】[実施例61] 5-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(4-4オドフェニル)-2-(4-4) メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成<math>5-(4-4オドフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(4-4オドフェニル)-2-(4-4+5) ニル) -2-(4-4+5) ゾールを油状物として得た。

 ロブチルー 2-4アゾリル) エチニル) フェニル) -2 -(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

5-(4-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベン ジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理 し、5-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベン ジル)-2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。 融点 140~141℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR(400MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm 1. 91~2. 08 (2H, m), 2. $29\sim2$. 39(4H, m), $3.65\sim3$. 74 (1H, m), 3.97 (3H, s), 5.73(2H, s), 6.90(2H, d), 6.96(1H, s), 7.38(2H, d), 7.67(2H, d), 8.14(2H, m); MS(FAB)m/z 428 (M^+ + 1); 元素分析値C₂₄ H₂₁ N₅ OSの計算値(%) C, 67. 43; H, 4. 95; N, 16. 38, 測定值(%) C, 67. 15; H, 4. 99; N. 16. 12.

【0261】(工程3) 5-(4-(4-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

5-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $166\sim167$ \mathbb{C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-n- \mathbb{C} + \mathbb{C} + \mathbb{C} \mathbb{C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-n- \mathbb{C} + \mathbb{C} + \mathbb{C} \mathbb{C} + \mathbb{C} \mathbb{C} + \mathbb{C} \mathbb{C} + \mathbb{C} \mathbb{C} + \mathbb{C}

(工程1) 5−(3−イオド−6−(N−メチル−N −トリフルオロアセチル)アミノ)ベンゾニトリルの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-(N-メチル-N-トリフルオロアセチル)アミノ)ベンゾニトリルと4-シクロブチル

-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-イオド-6-(N-メチル-N-トリフルオロアセチル)アミノ)ベンゾニトリルを得た。融点 94~96℃(再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); NMR(400MHz, CDCl3)8ppm 1.85~2.45(6H, m),3.44(3H, s), 3.72(1H, m), 7.05(1H, s), 7.42(1H, d), 7.87(1H, d), 7.97(1H, s); MS(FAB)m/z 390(M+1); 元素分析値C₁₉H₁₄F₃N₃OSの計算値(%) C,58.60; H,3.62; N,10.79, 測定値(%) C,58.18; H,3.87; N,10.57.

【0263】(工程2) 5-(3-(2-(4-)2ロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-(N-)チル-N-トリフルオロアセチル)アミノフェニル)-1H-テトラゾールの合成

2,6ールチジン396mg及びDMF3m1に、氷冷撹拌下にトリフルオロ酢酸0.095m1を加えた。これを室温で30分撹拌した後、アジ化ナトリウム80mgを加え、さらに室温で1時間撹拌した。反応液に5ー(3ーイオドー6ー(NーメチルーNートリフルオロアセチル)アミノ)ベンゾニトリル320mgを加え、70~75℃で6時間撹拌した。冷却後、反応液を2N塩酸50m1に注いだ。析出した結晶をろ取し、水洗後、乾燥した。粗結晶をエーテルーnーへキサンから再結晶し、表題物270mgを針状晶として得た。

融点 $155\sim156$ °C; IR ν max cm $^{-1}$ 2244, 1728, 1714; NMR(400MHz, CDCl $_3$) δ ppm 1.93 \sim 2.45(6H, m), 3.47(3H, s), 3.70(1H, m), 7.00(1H, s), 7.47(1H, d), 8.58(1H, dd), 9.08

(1H, d); MS(FAB) m/z 433 (M+1); 元素分析值 $C_{19}H_{15}N_6$ OSの計算值 (%) C,52.77; H,3.50; N,19.44, 測定值(%) C,53.10; H,3.83; N,19.61.

融点 $157\sim161$ °C; $IR\nu$ max cm^{-1} 2216; $NMR(400MHz, CDCl_3)\delta$ ppm 1.92~2.45(6H, m), 2.99(3H, s), 3.70(1H, m), 4.84(1H, br), 6.72(1H, d), 6.94(1H, s), 8.16(1H, br d), 8.62(1H, br s); MS(FAB)m/z 337(M^+ +1).

融点 210~212℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノール); NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1.85 \sim 2.40(6H, m), 3.70(1H, m), 7.14(1H, s),7. 76 (1H, s), 7. 78 (1H, d d), 8.47(1H, d), 8.70(1H, d), 12.59(1H, s); MS(FA B) m/z 418 (M+ +1); 元素分析值C₁₈ H₁₃F₃ N₆ OSの計算値(%) C, 51.67; H, 3.13; N, 20.09 , 測定値(%) C, 51. 51; H, 3. 33; N, 19. 97. 【0266】[実施例65] 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーアミ /フェニル) - 1H-テトラゾール: 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-6 ートリフルオロアセトアミノフェニル) -1 H-テトラ ゾールを実施例63と同様に処理し、表題物を得た。 融点 128~136℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノールー $n-\Lambda$ キサン); IR ν max cm⁻¹ 2 196; NMR (400MHz, CDCl₃) δpp m 1.83~2.45(6H, m), 3.83 (1H, m), 6.72 (1H, d), 7.04 (1H, s), 7.27(1H, m), 8.0 3(1H, d); MS(FAB) m/z 323 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₆H₁₄N₆Sの計算値 (%) C, 59. 61; H, 4. 38; N, 2 6.07, 測定值(%) C,59.78; H, 4.79; N. 25.24.

【0267】[実施例66] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-アセトキシメチルフェニル) -1H-テトラゾール: (工程1) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-アセトキシメチルベンゾニトリルの合成

5-(3-イオド-2-アセトキシメチル)ベンゾニト

リルと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-アセトキシメチルベンゾニトリルを得た。

融点 84~87℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー nーへキサン); NMR (400MHz, CDC I₃) δ ppm 1.87~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 5.49 (2H, s), 7.0 3 (1H, s), 7.49 (1H, t), 7.72 (1H, d), 7.85 (1H, d); M S (FAB) m/z 337 (M⁺+1); 元素分析値C₁₉H₁₆N₂O₂S·1/4H₂Oの計算値(%)C,66.94; H,4.88; N,8.22, 測定値(%) C,66.80; H,4.83; N,7.78.

【0268】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-アセトキシメチルベンゾニトリルを実施例62の工程2と同様に処理し、表題物を得た。

融点 128~136℃(再結晶溶媒:クロロホルム-エタノール-n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2 232,1716; NMR(400MHz,CDC1 3) δ ppm 1.76~2.32(6H, m), 1.95(3H, s), 3.55(1H,

m), 5.25(1H, d), 6.88(1H, s), 7.55(1H, t), 7.81(1H, m), 7.85(1H, m); MS(FAB) m/z 380(M^*+1); 元素分析値 $C_{19}H_{17}N_5$ O_2 Sの計算値(%) C, 60.19; H, 4.52; N, 18.46, 測定値(%) C, 60.61; H, 4.81; N, 18.48.

融点 $255\sim259^{\circ}$ (再結晶溶媒: クロロホルムーエタノール); NMR (400MHz, DMSO-d $_6$) δ ppm $1.95\sim2.48$ (6H, m), 3.50(1H, m), 5.83(2H, s), 7.53(1H, br s), 7.67(1H, t), 8.04(1H, t), 8.17(1H, br s), 8.72(1H, d); MS (FAB) m/z 338(M^+ +1); 元素分析値 $C_{17}H_{15}N_5$ OS· $1/2H_2$ Oの計算値(%) C, 58.94; H, 4.66; N, 20.21, 測定値(%) C, 58.72; H, 4.46; N, 20.24.

融点 110~112℃; IR v max c m-1 221 6, 1778; NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1.90~2.42(6H, m), 3. 03 (3H, s), 3. 69 \sim 3. 76 (1 H, m), 6.99(1H, s), 7.56(1H, t), 7.67(1H, dt), 8. 30(1H, dt), 8.52(1H, t); MS(EI)m/z 349(M+); 元素分析値C 18 H₁₅ N₅ OSの計算値(%) C, 61.87; H, 4.33; N, 20.04, 測定値(%) C, 6 1.87; H, 4.49; N, 20.06. 【0271】[実施例69] 3-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) (工程1) 3-(3-イオドフェニル)-4-(4-メトキシベンジル) - [1, 2, 4] オキサジアゾール -5ーオンの合成

 $3-(3-4\pi)$ フェニル) -4H-[1,2,4]オキサジアゾール-5-オンを実施例1の工程3と同様に処理し、 $3-(3-4\pi)$ フェニル) -4-(4-x)キシベンジル) -[1,2,4] オキサジアゾール-5ーオンを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 3.8$ 0 (3H, s), 4.74 (2H, s), 6. $84\sim6.86 (2\text{H}, \text{m}), 7.03\sim7.05$ (2H, m), 7.23 (1H, t), 7.4 1 (1H, d), 7.73 (1H, s), 7.91 (1H, d).

【0272】(工程2) 3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾール-5-オンの合成

3-(3-4オドフェニル)-4-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾール-5-オンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、<math>3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾール-5-オンを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 0~2.40 (6H, m), 3.68~3.79 (1H, m), 3.76 (3H, s), 4.77 (2H, s), 6.81~6.83 (2H, m), 7.01 (1H, s), 7.01~7.0 3 (2H, m), 7.45 (1H, d), 7.50 (1H, t), 7.65 (1H, s), 7.77 (1H, d).

融点 $246\sim249$ [°]C (再結晶溶媒: クロロホルムー n-ヘキサン); IR ν max cm^{-1} 2224, 1782; NMR (400MHz, DMSO $-d_6$) δ ppm 1.84 \sim 2.34 (6H, m), 3.64 \sim 3.72 (1H, m), 7.57 (1H,

s), 7.69(1H, t), 7.91(1H, d), 7.92(1H, d), 8.07(1 H, s), 13.01(1H, s); MS(E I) m/z 323(M^*); 元素分析值 $C_{17}H_{13}N_3$ O_2 Sの計算値(%) C, 63.14; H, 4.05; N, 12.99, 測定値(%) C, 62.74; H, 4.07; N, 12.61.

【0274】[実施例70] (Z)-5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンジリデン)-2-チオキソチアゾリジン-4-オン: (工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアルデヒドの合成

3-イオドベンズアルデヒドルと4-シクロブチル-2 -エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理 し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアルデヒドを得た。

融点77~79℃; NMR (400MHz, CDC13) δppm 1.89~2.43(6H, m), 3.67~3.75(1H, m), 6.99(1H, s), 7.56(1H, t), 7.83(1H, dt), 7.91(1H, dt), 8.09(1H, t), 10.02(1H, s). 【0275】(工程2) (Z)-5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)ベンジリデン)-2-チオキソチアゾリジン-4-オンの合成

3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアルデヒド535mg、ロダニン266mg及び酢酸ナトリウム656mgに酢酸20mlを加え、4時間加熱還流した。冷却後、反応液を水200m

1に注ぎ、析出した結晶を集めた。これを、シリカゲルを用いるアカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:酢酸エチル=20:1)にて精製し、クロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、表題物を淡黄色結晶性粉末として得た。

融点 $198\sim201$ °; $IR\nu$ max cm^{-1} 220 8, 1732; NMR (400MHz, $CDCl_3$) δ ppm 1. $91\sim2$. 41 (6H, m), 3. $69\sim3$. 77 (1H, m), 7. 00 (1H, s), 7. $49\sim7$. 51 (2H, m), 7. 63 (1H, s), 7. $64\sim7$. 67 (1H, m), 7. 69 (1H, s), 9. 77 (1H, s); MS (EI) m/z 382 (M^+); 元素分析値 $C_{19}H_{14}N_2$ OS_3 の計算値(%) <math>C, 59. 66; H, 3. 69; N, 7. 32, 測定値(%) C, 59. 52; H, 3. 66; N, 7. 2.

【0276】 [実施例71] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -[1,2,4] オキサジアゾリン-3-オン: (工程1) 5-(3-(4-メトキシベンジル) -[1,2,4] オキサジアゾリン-3-オンの合成

5-(3-4)オキサジアゾリン-3-オンを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-4)7ドフェニル)-2-(4-3)4トキシベンジル)-[1,2,4]7キサジアゾリン-3-オンを赤褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.8 0 (3H, s), 5.32 (2H, s), 6. 92 (2H, d), 7.42 (1H, d), 7.85 (1H, d), 7.94 (1H, t), 8.06 (1H, d), 8.43 (1H, s). 【0277】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2 -(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾリン-3-オンの合成

5-(3-4オドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾリン-3-オンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、<math>5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾリン-3-オンを赤褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 0~2.00 (1H, m), 2.00~2.10 (1H, m), 2.20~2.40 (4H, m), 3.60~3.80 (1H, m), 3.82 (3H, s), 5.34 (2H, s), 6.92 (2H, d), 6.99 (1H, s), 7.4

4(2H, d), 7.53(1H, t), 7.78(1H, d), 8.09(1H, d), 8.30(1H, s).

【0278】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ー
[1,2,4]オキサジアゾリン-3-オンの合成
5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾリン-3-オンを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $208\sim212$ ^C (再結晶溶媒: クロロホルムーメタノールーnーへキサン); IR_{ν} max cm^{-1} 1 600, 1470, 1380, 1248, 1136; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.80~1.90(1H, m), 1.90~2.10(1H, m), 2.20~2.40(4H, m), 3.60~3.80(1H, m), 7.55(1H, s), 7.61(1H, t), 7.88(1H, d), 8.03(1H, d), 8.25(1H, s), 10.66(1H, br s); MS (FAB) m/z 324 (M+1); 元素分析値 $C_{17}H_{13}N_3$ O₂ S·0.475H₂ Oの計算値(%) C, 61.51; H, 4.24; N, 12.66, 測定値(%) C, 61.92; H, 4.64; N, 12.50.

【0279】[実施例72] 3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-5-ヒドロキシイソオキサゾール:3-(3-イオドフェニル)-5-ヒドロキシイソオキサゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、表題物を得た。

融点 143~148℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 1.90~2.00(1H, m), 2.00~2.10(1H, m), 2.20~2. 40(4H, m), 3.60~3.80(1H, m), 4.20(2H, ds), 6.99(1 H, s), 7.54(1H, t), 7.56 (1H, d), 7.63(1H, s), 7.66 (1H, d); MS(FAB) m/z 323(M + +1).

【0280】[実施例73] 2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-[1,3,4]オキサジアゾリン-5-オン:2-(3-イオドフェニル)-[1,3,4]オキサジアゾリン-5-オンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、表題物を得た。

融点186~190℃; NMR (400MHz, DM SO-d₆) δppm1.90~2.00(1H, m), 2.00~2.10(1H, m), 2.20 ~2.50(4H, m), 3.60~3.80(1 H, m), 7.00(1H, s), 7.50(1 H, t), 7.71(1H, d), 7.85 (1H, d), 8.08(1H, s); MS (FAB) m/z 324(M^+ +1); 元素分析 値 $C_{17}H_{13}N_3$ O_2 S·0.3 H_2 Oの計算値(%) C, 63.44; H, 4.02; N, 12.3 3, 測定値(%) C, 63.15; H, 4.24; N, 12.34.

融点 $141\sim145$ C (decomp.); IR ν max cm⁻¹ 1738, 1574, 1358, 118 2; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ pp m 1.90 \sim 2.00(1H, m), 2.00 \sim 2.10(1H, m). 2.20 \sim 2.40(4H, m), 3.60 \sim 3.80(1H, m), 6.96(1H, s), 7.48(1H, t), 7.61(1H, d), 8.14(1H, d), 8.47(1H, s); MS (FAB) m/z 340(M+1).

【0282】 [実施例75] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンジリデン) チアゾリジン-2, 4-ジオン:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアルデヒドと2, 4-チアゾリンジオンを実施例70と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $198\sim201$ $^{\circ}$ (再結晶溶媒: $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0283】[実施例76] 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル) -4H-テトラゾリン-5-オン:

(工程1) 1-(3-イオドフェニル)-4-(2-

(60)

(トリメチルシリル)エトキシ)メチルー4Hーテトラ ゾリン-5-オンの合成

1-(3-イオドフェニル)-4H-テトラゾリン-5-オン202mg、炭酸カリウム152mgにDMF5mlを加え、0℃デ撹拌下に、(2-クロロメトキシエチル)トリメチルシラン133mgを加えた。同温度で30分、さらに室温で2時間撹拌した。反応液を水100mlに注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を、飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得っられる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:n-ヘキサン=1:1)で精製し、1-(3-イオドフェニル)-4-(2-(トリメチルシリル)エトキシ)メチルー4Hーテトラゾリン-5-オンを油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} = 0.0$ 3 (9H, s), 0.99 (2H, t), 3.75 (2H, t), 5.39 (2H, s),7.24 $(1\text{H}, \text{t}), 7.70 \sim 7.73 (1$ H, m), 7.97 $\sim 7.99 (1\text{H}, \text{m}),$ 8.35 (1H, s).

【0284】(工程2) 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4 H-テトラゾリン-5-オンの合成

1-(3-イオドフェニル)-4-(2-(トリメチルシリル)エトキシ)メチル-4H-テトラゾリン-5-オンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続きこれにDMF3m1、テトラブチルアンモニウム フルオリド(1.0MのTHF溶液)1m1を加え、60℃で2時間撹拌した。反応液を1N塩酸100m1に注ぎ、析出結晶をろ取した。粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、表題物を淡褐色結晶性粉末として得た。

 $2, 1742; NMR (400MHz, DMSO-d_6) \delta ppm 1.91~2.46 (6H, m), 3.71~3.80 (1H, m), 7.01 (1H, s), 7.52 (1H, t), 7.59 (1H, d), 8.33 (1H, s); MS (FAB) m/z 323 (M+1); 元素分析值<math>C_{16}H_{13}N_5$ OSの計算值 (%) C, 59.43; H, 4.05; N, 2

融点 196~199℃; IRvmax cm-1 221

1.66, 測定値(%) C,59.06; H, 4.09; N,21.33.

【0285】[実施例77] 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1 or 2 or 3H-[1,2,3]-トリアゾール:

(工程1) エチル 4-(3-ブロモフェニル)-1H-[1,2,3]-トリアゾール-5-カルボキシレートの合成

アジ化ナトリウム1.11gをDMF10m1に懸濁し、氷冷撹拌下に、塩化アルミニウム1.45を徐々に加えた。反応液を室温で1時間撹拌した後、プロピオル酸エチル エステル1.3gのDMF5m1溶液を5分をかけて滴下した。反応液を室温で1時間撹拌した後、さらに60℃で30分撹拌した。冷却後、反応液を、氷100m1及び2M塩酸50m1中に注いだ。析出した結晶をろ取し、風乾した。粗結晶をクロロホルムに溶解し、シリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:エタノール=8:2)で精製し、4-(3-ブロモフェニル)-1H-[1,2,3]-トリアゾール1.52gを得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.3$ 9 (3H, t), 4.44(2H, q), 7.34(1H, t), 7.58(1H, m),7.84(1H, d), 8.05(1H, br)s).

エチル 4-(3-70モフェニル) -1 H-[1, 2, 3] - トリアゾール- 5 - カルボキシレートを実施例1 の工程3 と同様に処理し、エチル 4-(3-70 モフェニル) -1-(4- メトキシベンジル) -1 H-[1, 2, 3] - トリアゾール-5- カルボキシレート、エチル 4-(3-70 モフェニル) -2-(4- メトキシベンジル) -2 H-[1, 2, 3] - トリアゾール-5- カルボキシレート及び エチル 4-(3-70 モフェニル) -3-(4- メトキシベンジル) -3 H-[1, 2, 3] - トリアゾール-5- カルボキシレートを1 位、2 位及び3 位の混合物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.2$ $4\sim 1.34 (3\text{H}, \text{m}), 3.78 (3\text{H}, \text{s}), 4.25\sim 4.45 (2\text{H}, \text{m}), 5.5$ $9\sim 5.87 (2\text{H}, \text{series of s}),$ $6.83\sim 7.97 (8\text{H}, \text{m}).$

【0287】(工程3) $4-(3-4\pi)7$ ェニル) $-1H-(4-x)+キシベンジル)-1H-[1, 2, 3]-トリアゾール、または <math>4-(3-4\pi)7$ ェニル) $-2-(4-x)+キシベンジル)-2H-[1, 2, 3]-トリアゾール、または<math>4-(3-4\pi)7$ ェニル)-3-(4-x)+2ベンジル)-3H-[1, 2, 3]-トリアゾールの合成

工程3のブロミドを実施例19の工程2と同様に処理

し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶 出液: n-ヘキサン: 酢酸エチル=5:1)で精製し、 1位、2位或いは3位の単一異性体で、ハロゲン交換と 同時に、脱エステルした、4-(3-イオドフェニル) -1H-(4-メトキシベンジル)-1H-[1, 2,3] - トリアゾール、または 4-(3-イオドフェニ ν) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-[1,2.3] ートリアゾール、または 4-(3-イオドフ ェニル) -3-(4-メトキシベンジル) -3H-「1,2,3]ートリアゾールを油状物をとして得た。 NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 3.8 2(3H, s), 5.51(2H, s), 6. 93(2H, d), 7.13(1H, t), 7. 27 (2H, d), 7. 60 (1H, m), 7. 70 (1H, d), 8. 12 (1H, m). 【0288】(工程4) 4-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1 or 2 or 3-(4-メトキシベンジル)-1 H-[1, 2, 3]-トリアゾールの合成 工程3で得たイオド体と4-シクロブチル-2-エチニ ルチアゾールを、実施例1の工程4と同様に処理し、4 **- (3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)** エチニル)フェニル) -1-(4-メトキシベンジル) -1H-[1, 2, 3]-トリアゾール、または 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-[1, 2, 3]-トリアゾール、または 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)-3-(4-メトキシベンジル)-3H-[1, 2, 3]-トリアゾールを油状物として得 た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.8$ $5\sim2.43(6\text{H}, \text{m}), 3.69(1\text{H}, \text{m}), 3.83(3\text{H}, \text{s}), 5.52(2\text{H}, \text{s}), 6.94(2\text{H}, d), 6.96(1 \text{H}, \text{s}), 7.28(2\text{H}, d), 7.42$ <math>(1H, t), 7.53(1H, m), 7.63 (1H, s), 7.88(1H, m), 7.95(1H, t).

【0289】(工程5) 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-[1,2,3]-トリアゾールの合成

上記の工程3で得られた化合物を、実施例1の工程5と 同様に処理し、表題物を得た。

融点 146~150℃(再結晶溶媒:クロロホルムn-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216; N MR(400MHz, CDCl₃)δppm 1.85 ~2.45(6H, m), 3.71(1H,

m), 6.97(1H, s), 7.47(1H, t), 7.59(1H, d), 7.87(1

H, d), 7.79(1H, s), 8.05 (1H, br); MS(EI) m/z 306 (M+); 元素分析値C₁₇H₁₄N₄S·1/5H₂Oの計算値(%) C, 65.68; H, 4.70; N, 18.02, 測定値(%) C, 65.83; H, 4.67; N, 17.55. 【0290】[実施例78] エチル 4-(3-(2

 $\{02901\{$ 実施例 $\{03\}$ (2) $\{4\}$ (3) $\{4\}$ (3) $\{4\}$ (4) $\{4\}$ (5) $\{4\}$ (5) $\{4\}$ (7) $\{4\}$ (8

(工程1) エチル 3-(2-(4-シクロブチルー 2-チアゾリル)エチニル)フェニルプロピオル酸の合 成

エチル 3-イオドフェニルプロピオル酸と4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、エチル 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニルプロピオル酸を赤褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.3 7 (3H, t), 1.85~2.45 (6H, m), 3.70 (1H, m), 4.31 (2H, q), 6.98 (1H, s), 7.38 (1H, t), 7.59 (1H, d), 7.65 (1H, d), 7.79 (1H, s). 【0291】(工程2) エチル 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-[1,2,3]-トリアゾール-5-カルボキシレートの合成

エチル 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニルプロピオル酸を実施例77の工程1と同様に処理し、表題物を得た。

融点 142~145℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Delta + \psi$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 2216, 17 12; NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.37 (3H, t), 1.85~2.45 (6 H, m), 3.73(1H, m), 4.42(2H, q), 6.99(1H, s), 7.45(1H, t), 7.62(1H, d), 7. 89(1H, d), 7.99(1H, s); MS (EI) m/z 378 (M+); 元素分析値C₂₀H₁₈ N₄ O₂ Sの計算値(%) C, 63.47; H, 4.79; N,14.81, 測定值(%) C,6 3.37; H, 4.90; N, 14.55. 【0292】[実施例79] 4-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボン 酸:エチル 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-[1, 2,3]-トリアゾール-5-カルボキシレートを実施

例56と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $142\sim145$ C (再結晶溶媒: クロロホルムーエタノール); IR ν max c m⁻¹ 2216, 174 0; NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ pp m 1.85 \sim 2.40(6H, m), 3.68 (1H, m), 7.32(1H, s), 7.54 (1H, t), 7.65(1H, m), 7.9 5(1H, br), 8.09(1H, br); MS (EI) m/z 350 (M+); 元素分析値C $_{18}$ H $_{14}$ N $_4$ O $_2$ Sの計算値(%)C,61.70; H,4.03; N,15.99, 測定値(%)C,61.84; H,4.27; N,15.71.【0293】[実施例80] 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1-メチル-1H-[1,2,3]-トリアゾールー5-カルボン酸:

(工程1) エチル 4-(3-(2-(4-シクロブ チル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-メ チル-1H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボキシレート、及び エチル <math>4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-2H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボキシレートの合成

エチル 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1 H-[1, 2, 3] -トリアゾール-5-カルボキシレートを実施例1 の工程3の<math>4-メトキシベンジル クロリドの替わりに、ヨウ化メチルを用い、同様に処理し、1位:2位与1:1の混合物としてエチル 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-メチル-1 H-[1, 2, 3] -トリアゾール-5-カルボキシレート、及び エチル4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-2H-[1, 2, 3] -トリアゾール-5-カルボキシレートを油状物として得た。

NMR $(400 \, \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \, \delta \, \text{ppm} \, 1.3$ 2 and 1.39 $(3 \, \text{H}, \text{ each t})$, 1.85~2.45 $(6 \, \text{H}, \text{ m})$, 3.70 $(1 \, \text{H}, \text{ m})$, 4.31 and 4.36 $(3 \, \text{H}, \text{each s})$, 4.37 ans 4.43 $(2 \, \text{H}, \text{each q})$, 6.96 $(1 \, \text{H}, \text{s})$, 7.46 $(1 \, \text{H}, \text{t})$, 7.64 $(1 \, \text{H}, \text{br d})$, 7.78 and 7.88 $(1 \, \text{H}, \text{each br d})$, 7.97 and 8.07 $(1 \, \text{H}, \text{each br s})$.

【0294】(工程2) 4-(3-(2-(4-シ)0) ロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1 -メチルー1 H-[1,2,3]-トリアゾールー5-カルボン酸の合成

上記、1-メチル体、及び2-メチル体の混合物を、実施例56と同様に処理し、クロロホルム-n-ヘキサン

から再結晶し、表題物を得た。

融点 $142\sim145$ °C; IR ν max cm⁻¹ 2216; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.82 \sim 2.35(6H, m), 3.68 (1H, m), 4.18(3H, s), 7.49(1H, t), 7.53(1H, s), 7.62(1H, d), 8.13(1H, d), 8.44(1H, s); MS(EI)m/z 364(M $^{+}$).

【0295】[実施例81] 4-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-2H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボン酸: 4-(3-(2-(4-シクロブチル -2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル -2H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボキ シレートを実施例56と同様に処理し、表題物を得た。 融点 142~145℃; IR v max c m-1 221 6; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δpp m 1.82~2.35(6H, m), 3.67 (1H, m), 4.10(3H, s), 7.48(1H, t), 7.53(1H, s), 7.5 7 (1H, d), 8.17 (1H, d), 8.3 7(1H, s); MS(EI) m/z 364 (M +) .

【0296】[実施例82] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル) -1-(2-メトキシエトキシ)メチル-1H-[1, 2,3]-トリアゾール-4-カルボン酸:

(工程1) エチル 5-(3-4オドフェニル)-1 -(2-メトキシエトキシ) メチルー1 H-[1,2,3]-トリアゾール-4-カルボキシレート、エチル <math>5-(3-4オドフェニル)-2-(2-メトキシエトキシ) メチルー2 H-[1,2,3]-トリアゾールー4-カルボキシレート、及び エチル<math>1 H-[1,2,3]-トリアゾールー4-カルボキシレート の合成

エチル 5-(3-イオドフェニル)-1H-[1, 2, 3]-トリアゾールー4ーカルボキシレートを実施例1の工程3の4-メトキシベンジル クロリドの替わりに、2-(2-メトキシエトキシ)メチル クロリドを用い、同様に処理し、1、2、及び3位の混合物のエチル 5-(3-イオドフェニル)-1-(2-メトキシエトキシ)メチルー1H-[1, 2, 3]-トリアゾールー4ーカルボキシレート、エチル 5-(3-イオドフェニル)-2-(2-メトキシエトキシ)メチルー2H-[1, 2, 3]-トリアゾールー4ーカルボキシレート、及び エチル 5-(3-イオドフェニル)-3-(2-メトキシエトキシ)メチルー3H-[1, 2, 3]-トリアゾールー4ーカルボキシレート、及び エチル 5-(3-イオドフェニル)-3-(2-メトキシエトキシ)メチルー3H-[1, 2, 3]-トリアゾールー4ーカルボキシレート、及び エチル 5-(3-イオドフェニル)ー

2,3]ートリアゾールー4ーカルボキシレートを油状

物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.2 $5\sim1.42(3H, m)$, $3.25\sim3.40(3$ H, series of s), 3.36(1H)s), 3.54(2H, m), $3.49\sim3$. 85(4H, m), $4.30\sim4.48(2H, m)$ m), $5.80\sim6.12$ (3H, series o f s), $7.15 \sim 8.23(4H, m)$. 【0297】(工程2) エチル 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェ ニル) -1-(2-メトキシエトキシ) メチル-1H-[1, 2, 3] ートリアゾールー4ーカルボキシレート の合成

上記工程1で得られた、イオド体と4-シクロブチルー 2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処 理し、生成物をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラ フィー (溶出液:n-ヘキサン-酢酸エチル=4:1) で分離し、エチル 5-(3-(2-(4-シクロブチ ルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-(2 トリアゾールー4ーカルボキシレートを油状物として得 た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.3 1 (3H, t), 1.88~2.43 (6H, m), 3.36(3H, s), 3.54(2H, m), 3.68(1H, m), 3.82(2 H, m), 4.35(2H, q), 5.70(2H, s), 6.97(1H, s), 7.52 (1H, t), 7.57(1H, m), 7.7 4(1H, m), 7.76(1H, m). 【0298】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1 3] - トリアゾール-4-カルボン酸の合成 エチル 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チ アゾリル) エチニル) フェニル) -1-(2-メトキシ エトキシ) メチルー1H-[1, 2, 3]-トリアゾー ルー4ーカルボキシレートを実施例56と同様に処理

融点 143~146℃(再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, DMSO d_6) δppm 1.82~2.38(6H, m), 3. 23 (3H, s), 3. 43 (2H, m), 3.64(3H, m), 5.61(2H, s), 7.41(1H, s), 7.59(1H, t), 7.67(1H, br d), 7.75 (1H, br d), 7.84(1H, br s); $MS(EI) m/z 439 (M^+ +1)$. 【0299】[実施例83] 5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェ

し、表題物を得た。

ニル) -4-チアゾリル) -1H-テトラゾール: (工程1) 5-(2-(3-イオドフェニル)-4-チアゾリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(2-(3-イオドフェニル)-4-チアゾリル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理 し、5-(2-(3-イオドフェニル)-4-チアゾリ ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ールを得た。

融点 173~176℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 3.76(3H, s), 6.13 (2H, s), $6.84\sim6.87(2H,$ m), 7, 25 (1H, t), 7.31 \sim 7.34 (2H, m), 7.84(1H, d), 7.93 (1H, d), 8.32(1H, s), 8.3 5(1H, s); MS(EI)m/z 475(M * +1); 元素分析値C₁₈H₁₄IN₄OSの計算値 (%) C, 45. 49; H, 2. 97; N, 1 4.73, 測定値(%) C, 45.46; H, 3. 06; N. 14. 74.

【0300】(工程2) 5-(2-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニ ル) -4-チアゾリル) -1 H-テトラゾールの合成 5-(2-(3-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) フェニル) -4-チアゾリル) -2 - (4-メトキシベンジル) - 2H-テトラゾールと4 ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾールを実施例1の 工程4と同様に処理し、引き続き、実施例1の工程5と 同様に処理し、表題物を得た。

融点 156~159℃(decomp.)(再結晶溶 媒:クロロホルム); IRvmax cm-1 2216; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1. $88\sim2$. 33 (6H, m), 3. $65\sim3$. 73(1H, m), 7.57(1H, s), 7,69(1H, t), 7.84(1H, d), 8.17(1H, d), 8.39(1H, s), 8.66(1H, s); MS(FAB)m /z 391 (M+ +1); 元素分析値C₁₉H₁₄N₆ S₂の計算値(%) C,58.44; H,3.6 1; N, 21.52, 測定値(%) C, 58.6 0; H, 3.34; N, 21.55. 【0301】[実施例84] 3-(3-(2-(4-

シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) 安息香酸:

(工程1) 3-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) -1-ブロモベンゼンの合成 4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールと1-ブロ モー3ーイオドベンゼンを実施例1の工程4と同様に処 理し、3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チア

ゾリル) エチニル) -1-ブロモベンゼンを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 1.8 5~2.45 (6H, m), 3.70 (1H,

m), 6.97(1H, s), 7.24(1H, t), 7.52(1H, m), 7.74(1H, s).

【0302】(工程2) 3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) ベンズアルデヒドの合成

3-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -1-ブロモベンゼン600mg、3-ホルミルフェニルボロニック アシド232mg、及びテトラキス(トリフェニルフォスフィン) <math>[0] パラジウム109mgに2Mcm-1炭酸ナトリウム水溶液3.5ml及00mg01、00mg02、00mg03、00m

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.8$ 5~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 6.97 (1H, s), 7.49 (1H, s)

t), 7.58~7.67(3H, m), 7.84~7.92(3H, m), 8.12(1H, t), 10.11(1H, s).

【0303】(工程3) 3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ベンゾニトリルの合成

3-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ベンズアルデヒド300mg、ヒドロキシルアミン塩酸塩65mg、及びギ酸ナトリウム119mgにギ酸5mlを加え、2時間加熱還流した。冷却後、反応液に水50mlを加え、塩化メチレンで抽出した。抽出層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサンー酢酸エチル=9:1)で分離し3-(3-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ベンゾニトリル280mgを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.87~2.45(6H, m), 3.71(1H, m), 6.98(1H, s), 7.48(1H, t), 7.54~7.94(7H, m). 【0304】(工程4) 3-(3-(2-(4- ν 2)

ロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) 安息 香酸の合成

3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ベンゾニトリル250mgに4N水酸化ナトリウム水溶液5ml及びエタノール10mlを加え、5時間加熱環流した。冷却後反応液を1N塩酸50mlに注ぎ、析出した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をクロロホルム-エタノールから再結晶し、表題物を微細プリズム晶として得た。

融点 119~120℃; IR v max c m⁻¹ 221 6, 1694; NMR (400MHz, CDCl₃) $\delta ppm 1.85\sim 2.45(6H, m), 3.7$ 1(1H, m), 6.97(1H, s), 7.45~8.14 (7H, m), 8.35 (1H, b) r s); MS(EI) m/z 359(M⁺); 元素分析値C₂₂H₁₇N₂Sの計算値(%) C, 73. 51; H, 4.77; N, 3.90, 測定値(%) C, 73.80; H, 5.00; N, 3.52. 【0305】[実施例85] 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-エチルイソオキサゾール-4-カルボン酸: (工程1) 5-(3-イオドフェニル)-3-エチル イソオキサゾールー4ーカルボキシレートの合成 エチル 3-イオドプロピオル酸750mg、4-クロ ロフェニルイソシアン酸1.19g、1-ニトロプロパ ン334mg、及びトリエチルアミンン0.087ml にベンゼン30m1を加え、2日間撹拌した。不溶物を ろ別し、ろ液を留去した。残渣をシリカゲルを用いるカ ラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサンー酢酸 エチル=10:1)で分離し5-(3-イオドフェニ ル) -3-エチルイソキサゾール-4-カルボキシレー ト856mgを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.3 3 (3H, t), 1.34 (3H, t), 2. 97 (2H, q), 4.31 (2H, q), 7.22 (1H, m), 7.83 (2H, m), 8.22 (1H, d).

【0306】(工程2) エチル 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェ ニル)-3-エチルイソオキサゾール-4-カルボキシ レートの合成

5-(3-イオドフェニル)-3-エチルイソオキサゾールー4-カルボキシレートと4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、エチル 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-エチルイソオキサゾールー4-カルボキシレートを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.3 3 (3H, t), 1.36 (3H, t), 1.

85~2.45(6H, m), 2.98(2H, q), 3.70(1H, m), 4.33(2H, q), 6.97(1H, s), 7.49(1H, t), 7.72(1H, d), 7.89(1H, d), 8.10(1H, s).
【0307】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ー3ーエチルイソオキサゾールー4ーカルボン酸の合成エチル 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ー3ーエチルイソオキサゾールー4ーカルボキシレートを実施例56と同様に

処理し、表題物を得た。

融点 149~150℃ (再結晶溶媒:エーテル); IRνmax cm⁻¹ 2224,1710; NMR (400MHz,CDC1₃) δppm 1.37(3H,t), 1.85~2.43(6H,m), 3.01(2H,q), 3.71(1H,m), 5.70(1H,br), 6.98(1H,s), 7.47(1H,t), 7.67(1H,d), 7.92(1H,d), 8.08(1H,s); MS(EI)m/z 378(M⁺); 元素分析値C₂₁H₁₈N₂O₃S·1/2H₂Oの計算値(%) C,65.10; H,4.94; N,7.23, 測定値(%) C,65.16; H,4.78; N,7.08.

【0308】 [実施例86] N-(1H-テトラゾールー5-イル)-5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル)-3-エチルイソオキサゾールー4ーカルボキサミド:5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル)フェニル)-3-エチルイソオキサゾールー4ーカルボン酸300mg、5-アミノー1H-テトラゾール85mg、及び1、1'-カルボニルジイミダゾール174mgにDMF5mlを加え80~85℃で5時間撹拌した。冷却後、反応液を水100mlに注ぎ、析出した結晶をろ取した。粗結晶をクロロホルムーエタノールから再結晶し、表題物を得た。

融点 $265\sim268$ ℃; IR ν max cm $^{-1}$ 222 0, 1682; NMR (400MHz, DMSO $^{-1}$ d $_{6}$) δ ppm 1. 25 (3H, t), 1. $85\sim$ 2. 35 (6H, m), 2. 85 (2H, q), 3. 67 (1H, m), 7. 56 (1H, s), 7. 64 (1H, t), 7. 86 (2H, d), 8. 04 (1H, s), 12. 61 (1H, br); MS (EI) m/z 445 (M $^{+}$); 元素分析値 $C_{22}H_{19}N_7$ O_2 Sの計算値 (%) C, 59. 31; H, 4. 30; N, 22. 01, 測定値 (%) C, 59. 16; H, 4. 30; N, 21. 83.

【0309】[実施例87] 1-(3-(2-(4-

シクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル) -3ーメチルー5ー(1 Hーテトラゾールー5ーイル) -2, 4ー(1 H, 3 H) ーピリミジンジオン: 1ー (3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル)エ チニル)フェニル)-3ーメチルー5ー(2-(4-メ トキシベンジル)-2 Hーテトラゾールー5ーイル)-2, 4-(1 H, 3 H) ーピリミジンジオンを実施例1 の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 256~259℃(再結晶溶媒:クロロホルムー

エタノールーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 1 722、1658; NMR(400MHz,DMSO $-d_6$) δ ppm 1、86 \sim 2、02(2H, m), 2、20 \sim 2、31(4H, m), 3、3 5(3H, s), 3、63 \sim 3、71(1H, m), 7、54(1H, s), 7、62 \sim 7、69(2H, m), 7、77(1H, d), 7、87(1H, s), 8、64(1H, s); MS(EI)m/z 431(M $^+$); 元素分析値C $_{21}$ H $_{17}$ N $_7$ O $_2$ Sの計算値(%) C,58、45; H,3、97; N,22、73,測定値(%) C,58、19; H,4、03; N,22、62、

【0310】 [実施例88] エチル 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-(1H-テトラゾール-5-イル) -2, 4-ジオキソ-3-(1H, 3H) -ピリミジンアセート:

エチル 1-(3-4オドフェニル)-5-(1H-テトラゾール-5-4ル)-2、4-ジオキソ-3-(1H,3H)-ピリミジンアセートを実施例1の工程3と同様に処理し、エチル <math>1-(3-4オドフェニル)-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)-2、 $4-ジオキソ-3-(1H,3H)-ピリミジンアセートをアモルファスとして得た。NMR(400MHz,CDCl₃)<math>\delta$ ppm 1.29(3H, t), 3.78(3H, s), 4.23(2H, q), 4.81(2H, s), 5.75(2H, s), 6.87~6.89(2H, m), 7.24(1H, t), 7.36~7.38(2H, m), 7.40(1H,d), 7.77(1H, s), 7.81(1H, d), 8.30(1H, s).

【0311】(工程2) エチル 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2,4-ジオキソ-3-(1H,3H)-ピリミジンアセートの合成

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.3$ $4(3\text{H}, t), 1.91\sim2.08(2\text{H}, m), 2.28\sim2.39(4\text{H}, m), 3.6$ $5\sim3.74(1\text{H}, m), 3.78(3\text{H}, s), 4.30(2\text{H}, q), 4.81(2\text{H}, s), 5.70(2\text{H}, s), 6.86\sim6.$ $88(2\text{H}, m), 6.99(1\text{H}, s), 7.16\sim7.18(2\text{H}, m), 7.29(1\text{H}, d), 7.45(1\text{H}, s), 7.49(1\text{H}, t), 7.64\sim7.67(1\text{H}, m), 7.67(1\text{H}, s).$

【0312】(工程3) エチル 1-(3-(2-(4-)20)) エチルー2-4 アゾリル) エチニル) フェニル) -5-(1H-7) ラゾールー5-4 ル)-2 4 - ジオキソー3-(1H,3H) ーピリミジンアセートの合成

エチル 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2, 4-ジオキソ-3-(1H,3H)-ピリミジンアセートを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 247~249℃(decomp.)(再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IRvmax cm ⁻¹ 2216, 1752, 1720, 1656, 160 2: NMR $(400MHz, DMSO-d6)\delta pp$ m 1.22(3H, t), 2.18~2.32 (4H, m), 3.63 \sim 3.71 (NH) m), 4.18(2H, q), 4.74(2H, d), 7.55(1H, s), 7.65(1 H, t), 7. 71 (1H, d), 7. 79 (1 H, d), 7.92(1H, d), 8.75 (1H, s); MS(EI)m/z 503(M⁺); 元素分析值C₂₄H₂₁N₇O₄S·1/4H ₂ Oの計算値(%) C,56.74; H,4.2 7; N, 19.30, 測定值(%) C, 56.5 4; H, 4. 28; N, 19. 12. 【0313】[実施例89] 1-(3-(2-(4-

シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー3ーメチルー5ー(1Hーテトラゾールー5ーイル) -2, 4-ジオキソ-3-(1H,3H)-ピリミジン酢酸: エチル 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル)-5-(1H-テトラゾール-5-イル)-2, <math>4-ジオキソ-3-(1H,3H)-ピリミジンアセートを実施例56と同様に処理し、表題物を得た。

【0314】 [実施例90] 1-(3-(2-(4-2)-2)-2) 1-(3-(2-(4-2)-2) 1-(1+-2)

(工程1) 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-4アゾリル) エチニル) フェニル) -3-(4-メトキシベンジル) -5-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-<math>4-(1H, 3H)-ピリミジンジオンの合成

1-(3-4オドフェニル)-3-(4-メトキシベンジル)-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)-2,4-(1H,3H)-ピリミジンジオンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(4-メトキシベンジル)-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)-2,4-(1H,3H)-ピリミジンジオンをアモルファスとして得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $1\sim2.08(2\text{H}, \text{m}), 2.28\sim2.41(4\text{H}, \text{m}), 3.65\sim3.74(1\text{H}, \text{m}), 3.77(3\text{H}, \text{s}), 3.78(3\text{H}, \text{s}), 5.19(2\text{H}, \text{s}), 5.76(2\text{H}, \text{s}), 6.82\sim6.88(4\text{H}, \text{m}), 6.9$ $7(1\text{H}, \text{s}), 7.35\sim7.37(2\text{H}, \text{m}), 7.41(1\text{H}, \text{d}), 7.50(1\text{H}, \text{s})$

t), $7.55\sim7.57(2H, m)$, 7.6

0 (1H, s), 7.65 (1H, d), 8. 26 (1H, s).

【0315】(工程2) 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(4-メトキシベンジル)-5-(1H-テトラゾール-5-イル)-2,4-(1H,3H)-ピリミジンジオンの合成

ジオンの合成 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -3-(4-メトキシベンジ ル) -5-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テ トラゾール-5-イル)-2,4-(1H,3H)-ピ リミジンジオンを実施例1の工程5と同様に処理し、3 位に4-メトキシベンジル基を有する表題物を得た。 融点 205~207℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); I R v max c m⁻¹ 2216, 1718, 1666, 1604; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.88 \sim 2.02(2H, m), 2.20 \sim 2.30(4 H, m), 3.65 \sim 3.69(1H, m), 3.72(3H, s), 5.08(2H, s),6. $82\sim6.91$ (2H, m), $7.36\sim$ 7.38(2H, m), 7.54(1H, s),7. 64 (1H, t), 7. 71 (1H, d), 7.78(1H, d), 7.92(1H, s), 8.67(1H, s); MS(EI) m

【0316】 [実施例91] N-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミド:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)安息香酸と5-アミノ-1H-テトラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。

/z 537 (M⁺).

融点 244~246℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーn-ヘキサン); $IR\nu \max cm$ -1 2220, 1674, 1590; NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.84~2.1 $0(2H, m), 2.19\sim2.35(4H,$ m), 3.68(1H, m), 7.56(1H, s), 7.69(1H, t), 7.95(1 H, d), 8.17(1H, d), 8.41(1 H, s), 12.57(1H, s); MS(FA B) m/z 351 (M+ +1); 元素分析值C₁₇ H₁₄ N₆ OSの計算値(%) C, 58.27; H, 4.03; N, 23.98, 測定値(%) C, 5 8. 10; H, 4. 00; N, 23. 82. 【0317】[実施例92] N-(1H-テトラゾー ルー5ーイル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メトキシベンズアミド: (工程1)3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ

リル)エチニル)-6-メトキシ安息香酸の合成

参考例18と同様にして得られたエチル 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6 ーメトキシフェニルカルボキシレートを参考例19と同 様に処理し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メトキシ安息香酸を得た。 融点 141~144℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IR ν max cm ⁻¹ 2212, 1700, 1678; NMR (400 MHz, CDCl₃) δ ppm 1.89 \sim 2.41 (6H, m), 3. $65\sim3$. 74(1H, m), 4. 12 (3H, s), 6. 96 (1H, s), 7.08(1H, d), 7.77(1H, dd), 8.41(1H, d); MS(EI) m/z 313 (M⁺); 元素分析值C₁₇ H₁₅ N₃ O S·1/4H₂ Oの計算値(%) C, 64. 23; H, 4.91; N, 4.41, 測定值(%) C, 64.38; H, 4.89; N, 4.16. 【0318】(工程2) N-(1H-テトラゾール-5-イル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メトキシベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニル)-6-メトキシ安息香酸と5-アミノー1H-テ トラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得

融点 233~235℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IR ν max cm ⁻¹ 2212, 1680, 1614, 1564, 152 8.1502: NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1.88 \sim 2.28(6H, m), $3.63\sim3.68(1H, m)$, 3.94(3H, s), 7.30(1H, d), 7.50 $(1H, s), 7.84\sim7.88(2H,$ m), 12.01(1H, s); MS(EI)m /z 380 (M⁺); 元素分析値C₁₈H₁₆N₆O₂ Sの計算値(%) C,56.83; H,4.24; N, 22.09, 測定値(%)C, 56.74; H, 4. 15; N, 22. 35. 【0319】[実施例93] N-(1H-テトラゾー ルー5ーイル) -3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-6-イソプロポキシベンズア (工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チア

(工程1) 3-(2-(4-ンクロプチルー2-チア ゾリル)エチニル)-6-イソプロポキシ安息香酸の合成参考例18と同様にして得られたイソプロピル 3-

(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-イソプロポキシフェニルカルボキシレートを、参考例19と同様に処理し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-イソプロポキシ安息香酸を得た。

融点 $168\sim170^{\circ}$ (再結晶溶媒: クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); IR_{ν} max cm^{-1} 2216, 1738, 1692, 1602, 1500; NMR (400MHz, $CDCl_3$) δ ppm 1.52(6H, d), 1.89 \sim 2.41(6H, m), 3.65 \sim 3.72(1H, m), 4.86 \sim 4.96(1H, m), 6.96(1H, s), 7.06(1H, d), 7.74(1H, dd), 8.43(1H, d), 10.98(1H, s); MS (EI) m/z 341(M^{+}); T 元素分析值 $Cl_{19}H_{19}N_3$ OS·1/4H₂ Oの計算値(%) C, 65.97; H, 5.68; N, 4.05, 測定値(%) C, 66.09; H, 5.59; N, 3.83.

【0320】(工程2) N-(1H-テトラゾール- 5-4ル)-3-(2-(4-2)-4-2-4アゾリル)エチニル)-4-4-4アコボキシベンズアミドの合成

3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-イソプロポキシ安息香酸と5-アミノ-1 H-テトラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $211\sim214$ [°]C(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IR_{ν} max cm $^{-1}$ 2216, 1664, 1592; NMR (400 MHz, $DMSO-d_6$) δ ppm 1.34(6H, d), 1.88 \sim 2.30(6H, m), 3.61 \sim 3.68(1H, m), 4.83 \sim 4.86(1H, m), 7.32(1H, d), 7.50(1H, s), 7.80(1H, d), 7.91(1H, s), 11.88(1H, brs); MS (EI) m/z 408(M^+); 元素分析値 $C_{20}H_{20}N_6$ O_2 S の計算値(%) C, 58.81; H, 4.93; N, 20.57, 測定値(%) C, 58.61; H, 5.05; N, 20.58.

【0321】 [実施例94] N-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルベンズアミド:(工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチル安息香酸の合成参考18と同様にして得られたエチル 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルフェニルカルボキシレートを、参考例19と同様に処理し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチル安息香酸を得た。

融点 115℃(再結晶溶媒:クロロホルム-n-へキサン); NMR(400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.85~2.40(6H, m), 2.55 (3H, s), 3.69(1H, m), 7.4

4(1H, t), 7.48(1H, s), 7.72(1H, d), 7.80(1H, d), 13.40(1H, br).

【0322】(工程2) N-(1H-テトラゾール-5-イル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -2-メチルベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニル) -2-メチル安息香酸と5-アミノ-1H-テト ラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。 融点 289℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロ ロホルムーエタノール); IR ν max cm $^{-1}$ 164 6; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δpp m 1.85~2.35(6H, m), 2.57 (3H. s), 3.66(1H, m), 7.44 (1H, t), 7.56(1H, s), 7.6 9(1H, d), 7.80(1H, d), 1 2.52(1H, br s); MS(FAB)m/z 365 (M+ +1); 元素分析值C₁₈ H₁₆ N₆ OSの計算値(%) C,59.32; H,4.4 3; N, 23.06, 測定値(%) C, 59.1 3; H, 4. 48; N, 23. 34.

【0323】 [実施例95] N-(1H-テトラゾー ルー5ーイル) -3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -4-フルオロベンズアミド: (工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル)エチニル)-4-フルオロ安息香酸の合成 参考例18と同様にして得られたエチル 3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-4 ーフルオロフェニルカルボキシレートを、参考例19と 同様に処理し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル)エチニル)-4-フルオロ安息香酸を得た。 融点 156℃(再結晶溶媒:クロロホルム-n-へキ $\forall \nu$); NMR (400MHz, DMSO-d₆)δ $ppm 1.82\sim2.35(6H, m), 3.68$ (1H, m), 7.53(1H, t), 7.6 0(1H, s), 8.09(1H, m), 8. 21 (1H, m), 13.39 (1H, br). 【0324】(工程2) N-(1H-テトラゾールー 5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -4-フルオロベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニル)-4-フルオロ安息香酸と5-アミノ-1H-テ トラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得

融点 247~259℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IRνmax cm⁻¹ 1668; NM R (400MHz, DMSO-d₆) δppm1.85~2.40(6H, m), 3.69(1H, m), 7.63(2H, m), 8.24(1H, m), 8.50(1H, m), 12.50(1

H, br); MS(FAB)m/z 369 (M^+ +1);元素分析値C₁₇H₁₃FN₆ OSの計算値 (%) C, 55. 42; H, 3. 56; N, 2 2.81, 測定値(%) C,55.47; H, 3.76; N, 23.17. 【0325】「実施例96】 N-(1H-テトラゾー ルー5ーイル) -3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルベンズアミド: (工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メチル安息香酸の合成 参考例18と同様にして得られたエチル 3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-6 -メチルフェニルカルボキシレートを、参考例19と同 様に処理し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メチル安息香酸を得た。 融点 163~165℃(decomp.)(再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノール); NMR(400M Hz, $CDCl_3$) δppm 1. $90\sim2$. 00 (1 H, m), $2.00\sim2.10(1H, m)$, $2.20\sim2.50(4H, m), 2.68(3)$ H, s), $3.70\sim3.80(1H, m)$, 6.98(1H, s), 7.29(1H, d), 7.63(1H, d), 8.31(1H, s). 【0326】(工程2) N-(1H-テトラゾール-5-イル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メチルベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニル) -6-メチル安息香酸と5-アミノ-1H-テト ラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。 融点 250~253℃(decomp.)(再結晶溶 媒:クロロホルム-メタノール); NMR(400M Hz, DMSO- d_6) δ ppm 1.80 \sim 2.00 (1H, m), $2.00\sim2.10(1H,$ m), $2.20\sim2.40(4H, m)$, 2.55(3H, s), $3.60\sim3.80(1H,$ m), 7.49(1H, d), 7.57(1H, s), 7.77(1H, d), 7.97(1 H, s), 8.02(1H, br), 12.52 (1H, s); MS(FAB)m/z 365(M+ +1);元素分析值C₁₈H₁₆N₆OS·3/4H₂O の計算値(%) C, 58. 52; H, 4. 52; N, 21.55, 測定值(%) C, 58.75; H, 4. 59; N, 21. 35. 【0327】「実施例97] N-(1H-テトラゾー ルー5ーイル)ー2ー(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド: (工程1) 2-(2-(4-シクロブチルー2-チア ゾリル) エチニル) 安息香酸の合成 参考例18と同様にして得られたエチル 2-(2-

(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェ ニルカルボキシレートを、参考例19と同様に処理し、 2-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニル) 安息香酸を得た。 融点 142~145℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノール); NMR(400M Hz, DMSO- d_6) δ ppm 1.80 \sim 1.90 $(1H, m), 1.90\sim2.00(1H,$ m), 2.20 \sim 2.50(4H, m), 3.7 $0\sim3.80(1H, m)$, 7.08(1H, s), $7.50\sim7.70(4H, m)$, 12. $50\sim12.70(1H, br)$. 【0328】(工程2) N-(1H-テトラゾールー 5-イル)-2-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) ベンズアミドの合成 2-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニル) 安息香酸と5-アミノ-1H-テトラゾールを実 施例88と同様に処理し、表題物を得た。 融点 168~170℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノール); NMR(400M Hz, DMSO- d_6) δ ppm 1.80~1.90 $(1H, m), 1.90\sim2.00(1H,$ m), 2.10 \sim 2.40(4H, m), 3.6 $0\sim3.80(1H, m)$, 7.07(1H, s), $7.50\sim7.70(4H, m)$, 12. 20(1H, br); MS(FAB)m/z 35 $1 (M^+ + 1)$. 【0329】[実施例98] (E)-5-(2-(3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル)エテニル)-1H-テトラゾール: (工程1) (E)-5-(2-(3-イオドフェニ (1) ル) エテニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾールの合成 (E) -5-(2-(3-イオドフェニル) エテニル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理 し、(E) -5-(2-(3-イオドフェニル) エテニ ル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ールを得た。 融点 115~116°C (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm 3.80(3H, s), 5.69 $(2H, s), 6.88\sim6.92(2H,$ m), 7.10(1H, d), 7.11(1H, t), 7.34~7.37(2H, m), 7.48 (1H, d), 7.59(1H, d), 7.6

4(1H, d), 7.88(1H, s); MS

(EI) m/z 418 (M⁺); 元素分析值C₁₇H

15 I N₄ Oの計算値(%) C, 48.82; H,

3.62; N, 13.40, 測定值(%) C, 4

8. 99; H, 3. 72; N, 13. 24.

【0330】(工程2) (E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル)エテニル)-2-(4-メトキシベンジ ル) - 2H-テトラゾールの合成 (E) -5 - (2 - (3 - 1) + 1) + (2 - (3 - 1) + 1)と4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例 1の工程4と同様に処理し、(E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル)エテニル)-2-(4-メトキシベンジ ル)-2H-テトラゾールを淡油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 $1\sim2.08(2H, m)$, 2.30 $\sim2.30(4)$ $H, m), 3.66\sim3.74(1H, m),$ 3.80(3H, s), 5.70(2H, s),6. $89\sim6$. 92(2H, m), 6. 96(1H, s), 7.14(1H, d), 7.35~ 7. 41 (3H, m), 7. $53\sim7$. 56 (2) H, m), 7.68(1H, d), 7.75(1H, s). 【0331】(工程3) (E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル)エテニル)-1H-テトラゾールの合成 $(E) -5 - (2 - (3 - (2 - (4 - \nu)) - 7 - (2 - (4 - \nu)) - 7 - 7 - (2 - (4 - \nu)) - 7 - (2 - (4 - \nu)) - 7 - (2 - (4 - \nu)) - (4 - \nu) - (4 - \nu)$ 2-チアゾリル) エチニル) フェニル) エテニル) -2 - (4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実 施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 158~168℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IRvmax cm ⁻¹ 2216, 1650, 1598, 1574, 155 4, 1504; NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1.86 \sim 2.03(2H, m), 2.18~2.33(4H, m), 3.63~3. 71 (1H, m), 7.47 (1H, d), 7.53(1H, s), 7.54(1H, t), 7. $63\sim7$. 67(1H, m), 7. 65(1H, d), 7.83(1H, d), 8.04 (1H, s); MS(EI)m/z 333 (M⁺); 元素分析値C₁₈ H₁₅ N₅ Sの計算値(%) C, 64.84; H, 4.53; N, 21.0 1, 測定値(%) C,65.05; H,4.6 0; N, 20. 70. 【0332】[実施例99] (E)-5-(2-(3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル) - 1 - プロペン - 1 - イル) - 1 H - テ トラゾール:

ル) -1-プロペン-1-イル) -2-(4-メトキシ

ベンジル) - 2 H - テトラゾールの合成

ペン-1-イル)-1H-テトラゾールを実施例1の工 程3と同様に処理し、(E)-5-(2-(3-イオド フェニル) -1-プロペン-1-イル) -2-(4-メ トキシベンジル) -2H-テトラゾールをアモルファス として得た。 NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 2.6 6(3H, d), 3.79(3H, s), 5. 72(2H, s), 6. $75\sim7$. 45(8H, m), 7.88(1H, s). 【0333】(工程2) (E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル)-1-プロペン-1-イル)-2-(4 -メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成 (E) -5-(2-(3-イオドフェニル) -1-プロ (4-x) (4-H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチ アゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、(E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チア) ゾリル) エチニル) フェニル) -1-プロペン-1-イ ル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾ ールを褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 5~2.44(6H, m), 2.62(3H, d), 3.70(3H, s), 3.80(3H, s), 5.72(2H, s), $6.86\sim7$. 80 (10H, m). 【0334】(工程3) (E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル) -1-プロペン-1-イル) -1H-テ トラゾールの合成 (E) -5-(2-(3-(2-(4-シクロブチルー 2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-プロペン $-1-4\mu$) -2-(4-x+5)(x) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題 物を得た。 融点 134~135℃(再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Delta + \psi$); IR ν max cm⁻¹ 2216; N MR (400MHz, DMSO- d_6 -CDC l_3) δ ppm 1.85~2.42(6H, m), 2. 68 (3H, d), 3.69 (1H, m), 6.80(1H, s), 7.15(1H, s), 7.48(1H, t), 7.58(1H, d), 7.63(1H, d), 7.78(1H, m); MS(FAB) m/z 348 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₉H₁₇N₅S·1/4H₂Oの計 算值(%)C,64.84; H,5.01; N,1 9.90, 測定値(%) C,65.01; H, 5.06; N, 19.89. 【0335】[実施例100] (E)-5-(1-

(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ

チニル) フェニル) -1 -プロペン -2 - イル) -1 H - テトラゾール:

(工程1) (E)-5-(1-(3-イオドフェニル)-1-プロペン-2-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

(E) $-5-(21(3-4)\pi)-1-\pi$ ロペン-2-4ル) $-1+\pi$ トラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、(E) $-5-(1-(3-4)\pi)$ フェニル) $-1-\pi$ ロペン-2-4ル) -2-(4-3)トキシベンジル) $-2H-\pi$ トラゾールをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 2.3 4(3H, d), 3.80(3H, s), 5. 69(2H, s), 6.90(2H, d), 7.13(1H, t), 7.47(3H, m), 7.63(2H, m), 7.76(1H, s). 【0336】(工程2) (E) $-5-(1-(3-(2-(4-\nu)2)) + 2-2-4) + 2-4$ ル) フェニル) -1-2 ロペン-2-4 ル) -2-(4-2) トキシベンジル) -2 Hーテトラゾールと4ーシクロブチルー2ーエチニルチー

ル) $-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。 NMR(400MHz, CDC1₃) <math>\delta$ ppm 1.8 $5\sim2.40(6H, m)$, 2.38(3H,

アゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、(E)-5-(1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チア

ゾリル) エチニル) フェニル) -1-プロペン-2-イ

d), 3.70(1H, s), 3.77(3H, s), 5.70(2H, s), 6.90(2H, d), 6.95(1H, s), 7.38(2H, d), 7.43(1H, m), 7.51(1H, m), 7.64(1H, br s), 7.71(1H, br s).

【0337】(工程3) (E) -5-(1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-プロペン-2-イル) -1H-テトラゾールの合成

(E) -5-(1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-1- プロペン -2- (4- メトキシベンジル) -2 H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 134~136℃ (再結晶溶媒:クロロホルムn-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216; N MR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.85 ~2.40(6H, m), 2.42(3H,

d), 3.78(1H, m), 7.04(1H,

s), 7.35~7.45(4H, m), 7.61(1H, s); MS(EI)m/z 347(M⁺); 元素分析値C19H17N5 Sの計算値(%) C,65.68; H,4.93; N,20.16, 測定値(%) C,65.40; H,5.05; N,19.89.

【0338】 [実施例101] (E) -5-(2-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-チエニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) (E)-5-(2-(4-ブロモ-2-チ エニル)-2-エテニル)-2-(4-メトキシベンジ ル)-2H-テトラゾールの合成

(E) -5-(2-(4-)702-2-472)-2-エテニル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3 と同様に処理し、(E) -5-(2-(4-)702-2-472)-2-エテニル) -2-(4-)702-2-472ンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 83~84°C(再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); NMR(400MHz, CDC13) δ ppm 3.79(3H, s), 5.67(2H, s), 6.88~6.95(2H, m), 7.07(1H, s), 7.17(1H, s), 7.34~7.36(2H, m), 7.85(1H, d).

【0339】(工程2) (E)-5-(2-(4-イオド-2-チエニル)-2-エテニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成(E)-5-(2-(4-ブロモ-2-チエニル)-2-エテニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例16の工程2と同様に処理し、(E)-5-(2-(4-イオド-2-チエニル)-2-エテニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 103~104℃ (再結晶溶媒:クロロホルムn-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm 3.80(3H, s), 5.68 $(2H, s), 6.89\sim6.94(2H,$ m), 7.13(1H, s), 7.34 \sim 7.37 (3H, m), 7.73(1H, d).【0340】(工程3) (E)-5-(2-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ (1) (1) (2) (2) (4) (4)トキシベンジル) - 2 H - テトラゾールの合成 -エテニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾ ールを実施例1の工程4と同様に処理し、(E)-5-(2-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -2-チエニル) -2-エテニル) -2

-(4-x)キシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

【0341】(工程4) (E)-5-(2-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)-2-チエニル)-2-エテニル)-1H-テトラ ゾールの合成

(E) -5-(2-(4-(2-(4-)2017+)2-47) - (

融点 $156\sim163$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); $IR\nu$ max cm $^{-1}$ 2216; NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm $1.83\sim2.05$ (2H, m), $2.18\sim2.32$ (4H, m), $3.62\sim3.70$ (1H, m), 7.12 (1H, d), 7.52 (1H, s), 7.74 (1H, s), 7.80 (1H, d), 8.21 (1H, s); 1.80 (1H, 1.80), 1.80 (1H, 1.80); 1.80 (1H, 1H, 1H

【0342】[実施例102] (E)-5-(2-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)-2-ベンゾ[b]チエニル)-2-エテニ ル)-1H-テトラゾール:

(工程1) (E) -5-(2-(5-イオド-2-ベンゾ[b] チエニル) -2-エテニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

融点 144~146℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.80(3H, s), 5.69 (2H, s), 6.90(2H, d), 7.0 0(1H, d), 7.26(1H, s), 7.3 6(2H, d), 7.52(1H, d), 7. 59(1H, d), 7.87(1H, d), 8.08(1H, s).

【0343】(工程2) (E)-5-(2-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-ベンゾ[b]チエニル)-2-エテニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

(E) -5-(2-(5-4オド-2-ベンゾ[b] チェニル) -2-xテニル) -2-(4-x)キシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、(E) -5-(2-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ベンゾ[b] チェニル) -2-エテニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 145~148℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-へキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 1.89~2.11(2H, m), 2.30~2.41(4H, m), 3.68~3.76(1H, m), 3.80(3H, s), 5.70(2H, s), 6.89~6.92(2H, m), 6.95(1H, s), 7.02(1H, d), 7.38~7.35(3H, m), 7.52(1H, d), 7.77(1H, d), 7.89(1H, d), 7.96(1H, s).

【0344】(工程3) (E)-5-(2-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-ベンゾ[b]チエニル)-2-エテニル)-1H-テトラゾールの合成

(E) -5-(2-(5-(2-(4-)2017+)2-47)) (E) -5-(2-(4-)2017+)2-47 (B) チェニル) -2-47 (B) チェニル) -2-47 (B) -2+47 (B) -2+47 (C) -2+47 (

7.98, 測定値(%) C,61.97; H, 3.99; N, 17.61. 【0345】[実施例103] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニ ル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2) ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサ ミドの合成 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニルアニリン509mg、参考例19のカルボン酸1. 14g、1-エチル-1'-(3-ジメチルアミノ)プ ロピルカルボジイミド塩酸塩1.04g及び4-ジメチ ルアミノピリジン598mgに塩化メチレン10mlを 加え、室温で15時間撹拌した。反応液をクロロホルム 100mlで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、 飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒 を留去し得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロ マトグラフィー (溶出液: n-ヘキサン:酢酸エチル= 3:2)で精製し、得られた粗結晶をクロロホルムーエ ーテルから再結晶し、N-(3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー2ー (4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-カルボキサミド1gを淡黄色針状晶として得た。 融点114~115℃; NMR (400MHz, CD Cl_3) δppm 1.88~2.11 (2H, m), 2.27 \sim 2.41(4H, m), 3.7 2(1H, m), 3.80(3H, s), 5.79(2H, s), 6.90(2H, d), 6. 96 (1H, s), $7.37 \sim 7.42$ (4H, m), 7.77(1H, ddd), 7.78(1 H, s), 8.06(1H, s); 元素分析值C 25H₂₂N₆O₂Sの計算値(%)C,63.81; H, 4.71; N, 17.86, 測定値(%) C, 63. 73; H, 4. 84; N, 17. 78. 【0346】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1 Hーテトラゾールー5ーカルボキサミドの合成 N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジ ル) - 2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施 例1の工程3と同様に処理し、表題物を得た。 融点 214~215℃(decomp.)(再結晶溶 媒:クロロホルムーエタノール-n-ヘキサン); I $R \nu \max c m^{-1}$ 2216, 1660; NMR (40 OMHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.85 \sim 2. $06(2H, m), 2.20\sim2.51(4H,$ m), 3.68(1H, m), 7.44 \sim 7.5 2(3H, m), 7.95(1H, d), 8.

16(1H, s); 元素分析値C₁₇H₁₄N₆OSの

計算値(%) C,58.27;H,4.03; N, 23.98, 測定値(%) C,58.15; H, 4.25; N, 23.55. 【0347】[実施例104] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)-2ーメ チルフェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサ ミド: (工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) -2-メチルアニリンの合成 3-イオド-2-メチルニトロベンゼンと4-シクロブ チルー2-エチニルチアゾールを参考例16同様に処理 し、引き続き参考例17と同様に処理して、3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-2 ーメチルアニリンを淡褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 $1\sim2.40(9H, m)$, 3.70(1H, m), 6.71(1H, dd), 6.94(1 H, s), $6.99 \sim 7.05 (2H, m)$. 【0348】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)-2-メチルフ ェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テト ラゾールー5ーカルボキサミドの合成 参考例19のカルボン酸1.26g、及び塩化チオニル O. 5mlにトルエン5ml及び触媒量のDMFを加 え、3時間加熱還流した。冷却後、反応液を留去した。 残渣を塩化メチレン20mlに溶解し、これを3-(2 - (4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルアニリン966mg及びトリエチルアミン 0.8mlの塩化メチレン20ml溶液に、0℃で撹拌 下に加えた。滴下終了後、反応液を室温で2時間撹拌し た。反応液を1N塩酸50mlに注ぎ、クロロホルムで 抽出した。抽出層を飽和炭酸水素ナトリウムで洗浄後、 硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残 渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶 出液:クロロホルム:メタノール=100:1)で精製 し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ リル) エチニル) -2-メチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-カルボ キサミド1.95gを褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.9 $2\sim2.08$ (2H, m), 2.28 ~2.40 (4 H, m), 2.56(3H, s), 3.66 \sim 3.72(1H, m), 3.80(3H, s),5.80(2H, s), 6.90(2H, d), 6.97(1H, s), 7.27(1H, t), 7.42(2H, d), 7.46(1 H, d), 8. 11 (1H, d), 8. 82 (1 H, s). 【0349】(工程3) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)-2ーメチルフ

ェニル) - 1 H - テトラゾール - 5 - カルボキサミドの

融点 $190\sim191$ °C (decomp.) (再結晶溶媒: ρ 口ロホルムーエタノールーnーへキサン); IR ν max cm⁻¹ 2208, 1700, 1672, 1600, 1542, 1504; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.88 \sim 2.03(2H, m), 2.19 \sim 2.31(4H, m), 2.42(3H, s), 3.63 \sim 3.72(1H, m), 7.36(1H, t), 7.51 \sim 7.54(1H, m), 7.54(1H, s), 7.60(1H, d), 10.96(1H, s); MS (FAB) m/z 365(M * + 1); 元素分析値C₁₈H₁₆N₆OSの計算値(%)C,59.32; H,4.43; N,23.07, 測定値(%)C,59.28; H,4.34;

【0350】[実施例105] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルフェニル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:(工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルアニリンの合成3-イオド-6-メチルニトロベンゼンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを参考例16同様に処理し、引き続き参考例17と同様に処理して、3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルアニリンを得た。

N, 23. 26.

融点 125~126℃ (再結晶溶媒: クロロホルムー $n-\Delta + \psi$); IR $\nu max cm^{-1} 3460, 33$ 48, 2980, 2940, 2200, 1624, 15 66; NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. $90\sim2.07$ (2H, m), 2. 17 (3 H, s), $2.28\sim2.38(4H, m)$, $3.63\sim3.70(1H, m)$, 6.88(1H, d), 6.91(1H, s), 6.94(1H, dd), 7.03(1H, d); MS(FA B) m/z 269 (M+ +1); 元素分析値C₁₆H 16 N₂ Sの計算値(%) C,71.60; H,6. 01; N, 10.44, 測定值(%) C, 71.3 2; H, 5.85; N, 10.37. 【0351】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメチルフ ェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テト ラゾールー5ーカルボキサミドの合成

参考例19のカルボン酸と3-(2-(4-シクロブチ

ルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメチルアニリン を実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを得た。

融点 138~140℃ (再結晶溶媒:クロロホルム $n - (n + \tau)$; IR $\nu \max cm^{-1} 3408, 22$ 12, 1704, 1614; NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.93 \sim 2.07 (2H, m), $2.29\sim2.36(4H, m)$, 2.39 (3H, s), 3.66 \sim 3.71 (1H, m), 3.80(3H, s), 5.80(2H, s), $6.89\sim6.91(2H, m)$, 6.94 (1H, s), 7.23 (1H, d), 7. 35 (1H, d), 7. $40 \sim 7$. 42 (2) H, m), 8.32(1H, s), 8.78(1H, s); MS(FAB) m/z 485 (M* +1); 元素分析値C₂₆H₂₄N₆O₂Sの計算値 (%) C, 64. 44; H, 4. 99; N, 17. 35, 測定値(%) C,64.22; H,5.1 4: N. 17. 64.

【0352】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルフェニル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-)2017+)1-2-47) ル)エチニル)-6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2 Hーテトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0353】 [実施例106] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メトキシフェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:

(工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル)エチニル)-2-メトキシアニリンの合成 $3-4オド-2-メトキシニトロベンゼンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを参考例16同様に処理し、引き続き参考例17と同様に処理して、<math>3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシアニリンを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDC1<math>_3$) δ ppm 1.90~2.07(2H, m), 2.28~2.39(4H, m), 3.65~3.74(1H, m), 4.00(3H, s), 6.77(1H, d), 6.88(1H, t), 6.92~6.94(2H, m).

ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー2ーメトキシフェニル)ー2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールー5ーカルボキサミドの合成参考例19のカルボン酸と3ー(2ー(4ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー2ーメトキシアニリンを実施例104の工程2と同様に処理し、Nー(3ー(2ー(4ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー2ーメトキシフェニル)ー2ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールー5ーカルボキサミドを得た。

【0354】(工程2) N-(3-(2-(4-シク

融点 137~138℃; IR ν max c m-1 338 4, 3100, 2212, 1704, 1606; NM R (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.91~ 2.09(2H, m), $2.29\sim2.40(4)$ H, m), $3.68\sim3.73(1H, m)$, 3.80(3H, s), 4.17(3H, s),5.80(2H, s), 6.90(2H, d), 6.99(1H, s), 7.13(1H, t), 7.34(1H, d), 7.42(2 H, d), 8.58(1H, d), 9.56 (1H, s); MS(FAB)m/z 501(M+ +1); 元素分析値C₂₆H₂₄N₆O₃S·1/4 H₂ Oの計算値(%) C, 61.83; H, 4. 89; N, 16.64, 測定値(%) C, 61.9 6; H, 4. 87; N, 16. 19. 【0355】(工程3) N-(3-(2-(4-シク

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メトキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例 <math>1 の工程 5 と同様に処理し、表題物を得た。

ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-メトキシ

メチルフェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキ

サミドの合成

融点 $220\sim221$ [°]C(decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I $R\nu$ max cm⁻¹ 3384,3090,2212,1606; NMR(400MHz,DMSO-d₆) δ p

pm 1.86~2.03(2H, m), 2.21 ~2.33(4H, m), 3.64~3.72(1 H, m), 4.03(3H, s), 7.27 (1H, t), 7.53(1H, d), 7.5 6(1H, d), 8.02(1H, d), 1 0.32(1H, s); MS(EI)m/z 38 0(M^*); 元素分析值 $C_{18}H_{16}N_6$ O_2 Sの計算值(%) C,56.82; H,4.24; N,2 2.10, 測定值(%) C,56.63; H,4.38; N,21.73.

【0356】[実施例107] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メトキシフェニル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:

(工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メトキシアニリンの合成 3-イオド-6-メトキシニトロベンゼンと4-シクロ ブチルー2-エチニルチアゾールを参考例16同様に処 理し、引き続き参考例17と同様に処理して、3-(2 - (4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メトキシアニリンを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $9\sim2.07$ (2H, m), 2.28 ~2.38 (4 H, m), $3.63\sim3.72(1H, m)$, 3.87(3H, s), 6.75(1H, d), 6.89(1H, s), 6.92(1H, d), 7.01(1H, dd). 【0357】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー6ーメトキシ フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テ トラゾールー5ーカルボキサミドの合成 参考例19のカルボン酸と3-(2-(4-シクロブチ ルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメトキシアニリ ンを実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル) -6-メトキシフェニル) -2-(4-メトキシベ ンジル)-2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを

融点 $158\sim160$ °C; $IR\nu$ max cm^{-1} 338 4,2212,1698,1612,1550,1510; $NMR(400MHz,CDCI_3)\delta ppm$ 1.91~2.07(2H, m), 2.29~2.38(4H, m), 3.64~3.73(1H, m), 3.80(3H, s), 3.98(3H, s), 5.80(2H, s), 6.89~6.92(4H, m), 7.38(1H, dd), 7.41(1H, d), 8.75(1H, d), 9.46(1H, s); MS(EI)m/z500(M^*); 元素分析値 $C_{26}H_{24}N_6O_3$ Sの計算値(%) C,62.38; H,4.83; N,1

6.79, 測定値(%) C,62.15; H, 4.93; N,16.75.

【0358】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メトキシメチルフェニル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メトキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0359】 [実施例108] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(エトキシカルボニルメチル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル)エチニル)フェニル)グリシン エチル エステルの合成

3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニルアニリン301mg、炭酸カリウム204mg、及びブロム酢酸エチル エステル0.145m1にDMF5m1を加え、室温で24時間撹拌した。反応液を酢酸エチル300m1で希釈し、飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)グリシン エチル エステル214mgを得た。

融点 $110\sim112$ °C; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm 1.31(3H, t), 1.88 \sim 2.10(2H, m), 2.27 \sim 2.42(4H, m), 3.69(1H, m), 3.90(2H, d), 4.26(2H, q), 4.37(1H, t), 6.64 \sim 6.67(1H, m), 6.80(1H, t), 6.93(1H, s), 6.99(1H, d), 7.17(1H, t).

【0360】(工程2) N-(3-(2-(4-シク

ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -N -(エトキシカルボニルメチル) -2-(4-メトキシ ベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミド の合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) グリシン エチル エステル と参考例 <math>190カルボン酸を実施例 104の工程 2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-(x++シ カルボニルメチル) -2-(4-x++シベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 2 9 (3H, t), 1. 91 \sim 2. 08 (2H, m), 2. 28 \sim 2. 39 (4H, m), 3. 6 5 \sim 3. 73 (1H, m), 3. 75 (3H, s), 4. 24 (2H, q), 4. 58 (2H, s), 5. 54 (2H, s), 6. 82 (1H, d), 6. 97 (1H, s), 7. 10 (1H, d), 7. 19 \sim 7. 23 (2H, m), 7. 43 \sim 7. 45 (1H, m), 7. 48 (1H. s).

【0361】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(エトキシカルボニルメチル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-(xトキシカルボニルメチル) -2-(4-xトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 184~186℃(decomp.); IRν max cm⁻¹ 3408, 2216, 1744, 162 4; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δpp m 1.18(3H, t), 1.85~2.04 (2H, m), 2.18~2.30(4H, m), 3.62~3.70(1H, m), 4.1 3(2H, q), 4.71(2H, br s), 7.27~7.45(4H, m), 7.51(1H, s); MS(FAB) m/z437(M⁺ + 1); 元素分析値C₂₁H₂₀N₆O₃ Sの計算値(%) C,57.78; H,4.62; N,19.26, 測定値(%) C,57.46; H,4.62; N,19.74. 【0362】[実施例109] N-(3-(2-(4

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) トリフルオロアセ タミドの合成

3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリン209mg及びトリエチルアミン1mlに塩化メチレン10mlを加え、氷冷撹拌下にトリフルオロ酢酸無水物0.126mlを加えた。反応液を室温で15時間撹拌した後、1N塩酸100mlを加え。塩酸メチレンで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)トリフルオロアセタミド198mgを油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $9\sim2.09(2\text{H}, \text{m}), 2.27\sim2.42(4\text{H}, \text{m}), 3.70(1\text{H}, \text{m}), 6.98$ (1H, s), 7.41(1H, t), 7.4 7(1H, dt), 7.61(1H, d),7.81(1H, t), 7.93(1H, brs).

【0363】(工程2) N-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-N-メチルアニリンの合成

(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)トリフルオロアセタミド198m g、炭酸カリウム117mg及びヨウ化メチル0.04 mlにDMF5mlを加え、室温で8時間撹拌した。反 応液に1N塩酸10m1及び水100m1を加え、酢酸 エチルえ抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸 ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣に 炭酸ナトリウム120mg、水5m1及びメタノール1 5m1を加え、室温で8時間撹拌した。反応液を酢酸工 チル100mlで希釈し、飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナ トリウムで乾燥した。溶媒を留去して、N-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -N ーメチルアニリン130mgを黄色針状晶として得た。 融点73~75℃; NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.87 \sim 2.10(2H, m), $2.26\sim2.40(4H, m)$, 2.83(3)H, s), 3.69(1H, m), 6.63(1H, d), 6.80(1H, t), 6.9 2(1H, s), 6.93(1H, d), 7. 16(1H, t).

【0364】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-メチル-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル)-N-メチルアニリンと参考例21のカルボン酸を実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3 -(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-メチル-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $1\sim 2.09 (2\text{H}, \text{m}), 2.28\sim 2.39 (4\text{H}, \text{m}), 3.50 (3\text{H}, \text{s}), 3.65\sim 3.73 (1\text{H}, \text{m}), 3.75 (3\text{H}, \text{s}), 5.54 (2\text{H}, \text{s}), 6.82 (2\text{H}, \text{d}), 6.97 (1\text{H}, \text{s}), 7.08\sim 7.1 0 (3\text{H}, \text{m}), 7.20\sim 7.21 (1\text{H}, \text{m}), 7.34 (1\text{H}, \text{s}), 7.42 (1\text{H}, \text{d}).$

【0365】(工程4) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-メチル-1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-メチル-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $229\sim230$ C (decomp.); IR ν max cm $^{-1}$ 3404, 2216, 1618; NMR (400MHz, DMSO $^{-}$ d $_6$) δ ppm 1.86 \sim 2.01(2H, m), 2.17 \sim 2.30(4H, m), 3.42(3H, s), 3.61 \sim 3.70(1H, m), 7.23(1H, d), 7.34(1H, t), 7.43(1H, d), 7.46(1H, s), 7.51(1H, s); MS(FAB) m/z 365(M $^{+}$ +

1); 元素分析値 $C_{18}H_{16}N_6$ OSの計算値(%) C,59.32; H,4.43; N,23.07, 測定値(%) C,58.89; H,4.27; N,22.78.

【0366】 [実施例110] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-[1,2,3]トリアゾール:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)フェニル)プロピオルアミド の合成

3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンとプロピオル酸を実施例<math>103の工程1 と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) プロピオルアミドを得た。

融点 158~160℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエーテル); NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.88~2.10(2H, m), 2.27~2.42(4H, m), 2.99(1H,

s), 3.70(1H, m), 6.97(1H, s), 7.34(1H, t), 7.36(1 H, dd), 7.59(1H, dd), 7.7 5(1H, s), 7.77(1H, br s). 【0367】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1 H-[1, 2, 3]トリアゾールの合成 N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) プロピオルアミドを実施例7 7の工程1と同様に処理し、表題物を得た。 融点 259~262°C(再結晶溶媒:エタノール-エ ーテル); NMR(400MHz, DMSO-d₆) $\delta ppm 1.87\sim 2.05(2H, m), 2.1$ $9\sim2.31(4H, m)$, 3.67(1H, m), 7.38(1H, d), 7.46(1H, t), 7.53(1H, s), 7.92(1 H, d), 8.16(1H, s), 8.59 (1H, brs), 10.62(1H, s); MS(EI)m/z 341(M+); 元素分析值C 18H₁₅N₅OS·1/2H₂Oの計算値(%) C, 6 0.32; H, 4.50; N, 19.54, 測定 值(%) C, 60.58; H, 4.31; N, 1

-2-チアゾリル)エチニル)アニリン274mg及び無水マレイン酸106mgにトルエン5ml及びTHF2mlを加え、2時間加熱還流した。冷却して得られる結晶を集め、クロロホルムーエタノールーnーへキサンから再結晶し、表題物を黄色微細針状晶として得た。融点 170~172℃(decomp.); IRレmax cm⁻¹ 3412,2216,1708,1628; NMR(400MHz,DMSO-d⁶) & ppm 1.84~2.09(2H,m), 2.19~2.33(4H,m), 3.67(1H,m),6.32(1H,d),7.37(1H,d),7.53(1H,s),7.63(1H,t),7.53(1H,s),7.63(1H,t)

【0368】[実施例111] N-(3-(2-(4

ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニ

ル) マレインアミド酸: 3-(2-(4-シクロブチル

9.16.

I) m/z 353(M⁺). 【0369】[実施例112] 2-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノカルボニル-1-シクロヘキセン-1-カルボン酸:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンと3.4.5.6-テトラヒ

d), 7.98(1H, s), 10.53(1

H, s), 12.96(1H, s); MS(E

リル) エチニル) アニリンと3,4,5,6ーテトラヒドロ無水フタル酸を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 139~141℃ (再結晶溶媒:クロロホルム-

 $n- \wedge + \psi >$); IR_{ν} max cm^{-1} 3300,29 44,2216,1718,1662,1640,16 06; NMR (400MHz, $DMSO-d_6$) δp pm 1.63(4H, s), 1.83 \sim 2.08 (2H, m), 2.20 \sim 2.33(8H, m), 3.62 \sim 3.70(1H, m), 7.31(1H, d), 7.39(1H, d), 7.52(1H, s), 7.59(1H, d), 7.52(1H, s), 10.17(1H, s), 12.46(1H, br s); MS (FAB) m/z 407(M^{+} +1); 元素分析值 C_{23} H $_{22}N_2$ O_3 $S \cdot 1/4H_2$ Oon計算值(%) C,67.21; H,5.52; N,6.82, 測定值(%) C,67.15; H,5.40; N,6.89.

【0370】 [実施例113] 2-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル-1-シクロプロパンカルボン酸:

(工程1) メチル 2-(N-(3-(2-(4-シ クロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ア ミノカルボニル)-1-シクロプロパンカルボキシレー トの合成

3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンと 2-メトキシカルボニル-1-シクロプロパンカルボン酸を実施例103の工程1と同様に処理し、メチル <math>2-(N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル) -1-シクロプロパンカルボキシレートを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.4 2~1.45(1H, m), 1.70~1.80(1 H, m), 1.91~2.09(4H, m), 2.11~2.38(4H, m), 3.69(1 H, m), 3.75(3H, s), 6.95 (1H, s), 7.27~7.30(2H, m), 7.60(1H, d), 7.72(1H, s), 8.56(1H, s).

【0371】(工程2) 2-(N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノカルボニル)-1-シクロプロパンカルボン酸の合成

メチル 2-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)フェニル)アミノカルボニル -1-シクロプロパンカルボキシレートを実施例56と 同様に処理し、表題物を得た。

(3H, m), $2.19\sim2.38(5H, m)$, 3.65(1H, m), 7.20(1H, s), 7.25(1H, t), 7.32(1H, d), 7.58(1H, d), 7.98(1 H, s), 10.20(1H, s), 12.0 6 (1 H, s); 元素分析值C₂₀H₁₈N₂O₃S· 1/4H₂ Oの計算値(%) C, 64.76; H, 5.03; N, 7.55, 測定值(%) C, 6 4. 92; H, 5. 01; N, 7. 53. 【0372】[実施例114] 2-N-((3-(2 - (4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フ ェニル) アミノ) カルボニルー1ーシクロペンテンー1 -カルボン酸: 3-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル) エチニル) アニリンと1-シクロペンテン-1,2-ジカルボン酸無水物を実施例111と同様に処 理し、表題物を得た。

融点 170~172℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda + \psi$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 3320, 29 48, 2216, 1698, 1590; NMR (40 OMHz, $DMSO-d_6$) δppm 1.63(4) H, s), $1.85\sim2.02(4H, m)$, 2. $20\sim2$. 30(4H, m), $2.63\sim2$. 65 (2H, m), 2.76 \sim 2.77 (2H, m), 3.62 \sim 3.70(1H, m), 7.3 6(1H, d), 7.42(1H, t), 7. 53(1H, s), 7.64(1H, d), 7. 97 (1H, s), 10. 41 (1H, s), 12.69(1H, brs); 元素分析值C ,,H,,N,O,S·1/4H,Oの計算値(%) C, 66. 56; H, 5. 20; N, 7. 06, 值(%) C, 66.47; H, 4.98; N, 7. 41.

【0373】[実施例115] (cis)-2-N-

(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)アミノカルボニルー4ーシクロヘキ セン-1-カルボン酸:3-(2-(4-シクロブチル -2-チアゾリル) エチニル) アニリンと (cis) -4-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸無水物を実 施例111と同様に処理し、表題物を得た。 融点 176~179℃ (再結晶溶媒: クロロホルムー エタノールー $n-\Delta$ キサン); $IR\nu$ max cm^{-1} 3 320, 2940, 2216, 1710, 1688; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.86 \sim 2.02(2H, m), 2.18 \sim 2. 23 (4H, m), 2.25~2.62 (6H, m), 2.90 \sim 2.91(1H, m), 3.0 $4\sim3.05(1H, m)$, $3.61\sim3.70$ (1H, m), 7.29(1H, d), 7.38 (1H, t), 7.51(1H, s), 7.5 7(1H, d), 7.95(1H, s), 9.

92(1H, s), 12.13(1H, s); MS(FAB)m/z 407(M* +1); 元素 分析値C₂₃H₂₂N₂O₃ S·1/4H₂Oの計算値 (%) C,67.21;H,5.52; N,6.8 2, 測定値(%) C,67.26; H,5.4 1; N,6.81.

【0374】[実施例116] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メチルマレインアミド酸:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンとメチルマレイン酸無水物を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 132~136℃(decomp.); IRレ max cm⁻¹ 2216, 1706, 1632; NMR $(400MHz, DMSO-d_6) \delta ppm 1.83$ \sim 2.09(2H, m), 2.00(3H, d), $2.16\sim2.34(4H, m)$, 3.67(1H, m), 6.11(1H, d), 7. 33(1H, d), 7.42(1H, t), 7.53(1H, s), 7.62(1H, d), 7.97(1H, s), 10.33(1H, s), 12.85(1H, s); MS(FAB) m/z 367 (M+ +1); 元素分析值C₂₀ H₁₈ N ₂ O₃ S·H₂ Oの計算値(%) C, 62.48; H, 5.24; N, 7.29, 測定值(%) C, 62.77; H, 4.88; N, 7.28. 【0375】[実施例117] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-フェニルマレインアミド酸:3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)アニリン とフェニルマレイン酸無水物を実施例111と同様に処 理し、表題物を得た。

融点 $172\sim175$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0376】[実施例118] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2,3-ジクロロマレインアミド酸:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニ

リンと2,3-ジクロロマレイン酸無水物を実施例11 1と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $153\sim156$ \mathbb{C} (decomp.); IR ν max cm $^{-1}$ 2212, 1724, 1678, 160 8, 1586; NMR (400MHz, DMSO-d 6) δ ppm 1.84 \sim 2.05(2H, m), 2.18 \sim 2.33(4H, m), 3.67(1H, m), 7.42(1H, d), 7.47(1H, t), 7.54(1H, s), 7.59(1H, d), 7.90(1H, s), 10.96(1H, s); MS(FAB) m/z421(M *); 元素分析値 $C_{19}H_{14}C1_2N_2O_3SO$ 計算値(%) C,54.17; H,3.35; N,6.65, 測定値(%) C,54.01; H,3.52; N,6.43.

【0377】 [実施例119] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2、3-ジブロモマレインアミド酸:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンと2、3-ジブロモマレイン酸無水物を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $119\sim120$ $^{\circ}$ (decomp.); IR_{ν} max cm^{-1} 2212, 1674, 1608, 158 4; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ δ pp m $1.84\sim2.05$ (2H, m), $2.18\sim2.33$ (4H, m), 3.67 (1H, m), 7.41 (1H, d), 7.46 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.59 (1H, d), 7.89 (1H, s), 10.86 (1H, s); MS (FAB) m/z 513 [$(M^{\circ}+4)+1)$, 511 [$(M^{\circ}+2)+1)$], [509 $(M^{\circ})+1$]; $\sqrt{12}$ $\sqrt{12}$

【0378】 [実施例120] $4-N-(3-(2-(4-\nu)2) + (2-(4-\nu)2) + (2-($

融点 131~132℃(decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IRνmax cm -1 2212,1718,1634,1582,1550; NMR(400MHz,DMSO-d₆) δppm 1.84~2.05(2H, m), 2.19~2.33(4H, m), 3.32(2H, s), 3.67(1H, m), 6.46(1H, s), 7.36~7.33(1H, m), 7.4

3(1H, t), 7.53(1H, s), 7.6

3(1H, d), 7.97(1H, s), 10.47(1H, s), 12.59(1H, br), 12.96(1H, br); MS(FAB) m/z $411(M^*+1)$; 元素分析值 $C_{21}H_{18}N_2O_5$ $S\cdot 1/2H_2$ Oの計算值(%) C, 60.13; H, 4.57; N, 6.68, 測定值(%) C, 60.44; H, 4.55; N, 6.

【0379】 [実施例121] (cis) $-N-(3-(2-(4-\nu)2)$ (cis) $-N-(3-(2-(4-\nu)2)$ (cis) $-N-(3-(2-(4-\nu)2)$ (cis) -1 (cis)

融点 179~180℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノールーn-ヘキサン); $IR\nu \max cm^{-1} 2$ 216, 1706, 1606, 1584, 1544; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δppm 1. $31\sim2$. 31(14H, m), 2. $60\sim$ 2.61(1H, m), 2.94~2.95(1 H, m), $3.62\sim3.70(1H, m)$, 7. 29 (1H, d), 7. 38 (1H, t), 7.51(1H, s), 7.56(1H, d), 7. 97 (1H, s), 9. 91 (1H, s), 11.95(1H, br s); MS(F AB) m/z 409 (M+ +1); 元素分析值C23 H 24 N₂ O₃ S·1/4 H₂ Oの計算値(%) C, 6 6.89; H, 5.98; N, 6.78, 測定値 (%) C, 66. 95; H, 5. 95; N, 6. 75.

【0380】 [実施例122] (trans) -N- (3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1, 2-シクロヘキサンアミド酸: 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンと (trans) -1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $200\sim201$ で (再結晶溶媒: クロロホルム); IR ν max c m⁻¹ 2216, 1726, 1666, 1644, 1608, 1582, 1500; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.85 \sim 2.55 (16H, m), 3.62 \sim 3.70 (1H, m), 7.29 (1H, d), 7.38 (1H, t), 7.51 (1H, s), 7.58 (1H, d), 7.96 (1H, s), 10.13 (1H, s), 12.08 (1H, s); MS (1FAB) m/z 1 409 (1M+1); 元素分析値1C₂₃ H₂₄ N₂ O₃ Sの計算値(%) C, 67.62; H, 5.92; N, 6.86, 測定

值(%) C,67.51; H,5.86; N,6.83.

【0381】 [実施例123] N-(3-(2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) フェニル) マレインアミド酸:3-(2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) アニリンと無水マレイン酸を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 169~171℃(再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IRνmax cm⁻¹ 2212,1702,1628,1554; NMR(400MHz,CDCl₃)δppm 6.33(1H, d), 6.50(1H, d), 7.44~7.50(2H, m), 7.68(1H, d), 8.05~8.10(2H, m), 8.18(1H, s), 10.57(1H, s), 12.95(1H, s); MS(FAB)m/z 349(M++1).【0382】[実施例124] (Z)-N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1H-テトラゾールー5-イル)シンナムアミド:

トラゾールー5ーカルバルデヒドの合成 参考例19のカルボン酸16gをエタノール100ml に溶解し、0℃で撹拌下に水素化ホウ素ナトリウム3. 57gを徐々に加えた。反応液を室温で12時間撹拌した後、氷水100mlを加え、シュウ酸を加えて中和した。これを塩化メチレンで抽出し、抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得られた油状物を、精製することなくトルエン100ml及び活性二酸化マンガン15.3gを加え、3時間加熱還流した。冷却後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-へキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、2-(4-メ

(工程1) 2-(4-メトキシベンジル)-2H-テ

IR ν max cm⁻¹ 1726; NMR (400MH z, CDCl₃) δ ppm3.80(3H, s), 5.79(2H, s), 6.91(2H, dt), 7.39(2H, dt), 10.19(1H, s).

トキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルバル

デヒド4.5gを淡黄色油状物として得た。

【0383】(工程2) 2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾリル)フェニルメタノールの合成

2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー 5-カルバルデヒド910mgをTHF20mlに溶解 し、0℃で撹拌下にフェニルマグネシウム ブロミド (1MのTHF溶液)5mlを加えた。反応液を同温度 で1時間撹拌した後、飽和塩化アンモニウム水溶液30 mlを加えた。混合液を酢酸エチルで抽出し、抽出層を 飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶 媒を留去して得らる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニルメタノール916mgを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 3.0 1 (1H, br s), 3.79 (3H, s), 5.65 and 5.67 (2H, each d), 6.11 (1H, d), 6.88 (2H, dt), 7.25 \sim 7.48 (7H, m). 【0384】 (工程3) 5-ベンゾイル-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 2-(2-(4-メトキシベンジル)) -2H-テトラゾールを工程1と同様に活性二酸化マンガンで酸化し、5-ベンゾイル-2-(4-メトキシベンジル)) -2H-テトラゾールを得た。

融点61~62℃; NMR(400MHz, CDC13) δppm 3.80(3H, s), 5.82 (2H, s), 6.91(2H, d), 7.4 2(2H, dt), 7.53(2H, t), 7.67(1H, t), 8.34(2H, d). 【0385】(工程4) (Z)-エチル 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 桂皮酸の合成

水素化ナトリウム (60%油性) 148mgをTHF15m1に懸濁し、0℃でトリエチル フォスフォノ酢酸832mgを加え、1時間撹拌した。反応液に、0℃で5ーベンゾイルー2ー(4-メトキシベンジル)ー2Hーテトラゾール909mgTHF5m1溶液を加え、さらに同温度で1時間撹拌した。反応液に水30m1を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、(Z)ーエチル 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル) 桂皮酸900mgを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.0 5 (3H, t), 3.76 (3H, s), 4. 01 (2H, q), 5.77 (2H, s), 6.62 (1H, s), 6.89 (2H, d), 7.29 \sim 7.49 (7H, m).

【0386】(工程5) (Z)-3-(2-(4-メ トキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 桂 皮酸の合成

(Z) - x -

た。

として得た。

融点 126℃; IR ν max c m⁻¹ 2596, 17 12; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 3.79(3H, s), 5.76(2H, s),6.62(1H, s), 6.89(2H, d), $7.27\sim7.54(7H, m)$; MS (FAB) m/z 336 (M++1); 元素分析値 C₁₈H₁₆N₄O₃の計算値(%) C, 64.28; H, 4.79; N, 16.66, 測定値(%) C, 64.02; H, 4.93; N, 16.61. [0387](Z)-N-(3-(2-(4-2))チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル) シンナムアミドの合成 3-(2-(2-ベンゾチアゾール)エチニル)アニリ ンと(Z) - 3 - (2 - (4 - x) + x) = 2Hーテトラゾールー5-イル) 桂皮酸を実施例103の 工程1と同様に処理し、(Z)-N-(3-(2-(4) ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニ (2-(4-x)+2)ル) -3-(2-(4-x)+2)

NMR (400MHz, CDCl₃) & ppm 1.8 9~2.41(6H, m), 3.70(1H, m), 3.76(3H, s), 5.74(2H, s), 6.74(1H, s), 6.82(2 H, d), 6.96(1H, s), 7.27~ 7.40(9H, m), 7.55(1H, d), 7.76(1H, s), 7.96(1H, s). 【0388】(工程7) (Z)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェ ニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)シンナ ムアミドの合成

トラゾールー5ーイル)シンナムアミドを淡黄色油状物

 $(Z) - N - (3 - (2 - (4 - \nu) - 2 - \tau) - 2 - \tau$ アゾリル) エチニル) フェニル) $-3 - (2 - (4 - \nu) - 2 - \tau)$ トキシベンジル) $-2H - \tau$ トラゾール $-5 - 4 - \tau$ ンナムアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 127~129℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.85~2.33 (6H, m), 3.66 (1H, m), 7.14 (1H, s), 7.30~7.59 (8H, m), 7.93 (1H, s), 10.69 (1H, s); MS (FAB) m/z 453 (M+1).
【0389】 [実施例125] (E)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(1H-テトラゾ

ールー5-イル) プロペンアミド: (工程1) (E) -エチル 2-フルオロ-3-(2) - (4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5 -イル)アクリル酸の合成

2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー 5-カルバルデヒドとトリエチル 2-フルオロフォノ 酢酸を実施例<math>124の工程4と同様に処理し、(E)-エチル 2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)プロペンアミドを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.1$ 6 (3H, t), 3.80(3H, s), 4.22 (2H, q), 5.70(2H, s),6.73 (1H, d), 6.89(2H, d),7.34 (2H, d).

【0390】(工程2) (E)-2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル)アクリル酸の合成

エチル (E) -2-7ルオロ-3-(2-(4-x)キシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸を実施例 56 と同様に処理し、(E) -2-フルオロ-3-(2-(4-x)+キシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸を得た。

融点 65%; $IR\nu$ max cm^{-1} 2952, 2844, 2728, 2616, 2532, 1750; NMR(400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.82(3H, s), 5.77(2H, s), 6.93(2H, d), 7.00(1H, d), 7.38(2H, d); 元素分析値 $C_{12}H_{11}FN_4$ O_3 の計算値(%) C, 51.80; H, 3.98; N, 20.14, 測定値(%) C, 51.92; H, 4.09; N, 20.22.

【0391】(工程3) (E) -N-(3-(2-(4-)2017+) - 2-(4-)2017+) - 2-(4-)2017+) エチニル) フェニル) <math>-2H-7トラゾール-5-4ル) プロペンアミドの合成

3-(2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) アニリンと(E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸を実施例103の工程1と同様に処理し、(E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) プロペンアミドを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDC 1_3) δ ppm 1.9

NMR (400MHz, CDCl₃) &ppm 1.9 0~2.42(6H, m), 3.70(1H, m), 3.80(3H, s), 5.78(2H, s), 6.90~7.00(4H, m), 7. 35~7.41(4H, m), 7.84(1H, dt), 7.95(1H, s), 11.74(1H, s).

【0392】(工程4) (E)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェ ニル) -2-フルオロ-3-(1H-テトラゾール-5 ーイル) プロペンアミドの合成 (E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル)プロペンアミドを実施例1の工程5と同様 に処理し、表題物を得た。 融点 211~212℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Delta + \psi$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 2212, 16 72; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δp pm 1.84~2.33(6H, m), 3.67 (1H, m), 7.23(1H, d), 7.45 \sim 7.54(3H, m), 7.74(1H, d), 8.07(1H, s), 11.14(1 H, s); $MS(FAB) m/z 395(M^+ +$ 1); 元素分析值C₁₉H₁₅FN₆OS·1/2H₂O の計算値(%) C,56.57; H,4.00; N, 20.83, 測定值(%) C, 56.37; H, 3.87; N, 20.67. 【0393】[実施例126] (Z)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル) -2-フルオロ-3-(1H-テトラゾ ールー5ーイル)プロペンアミド: (工程1) (Z)-N-(3-(2-(4-シクロブ))チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フ ルオロー3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5ーイル) プロペンアミドの合成 実施例125の工程3で2-異性体を分離し、(Z)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)プロペンアミドを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 1.9 $2\sim2.44(6H, m)$, 3.70(1H, m), 3.81(3H, s), 5.75(2H, s), 6.91(2H, d), 6.97(1 H, s), $7.35\sim7.43(4H, m)$, 7.68(1H, m), 7.87(1H, d), 8.10(1H, m). 【0394】(工程2) (Z)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェ ニル) -2-フルオロ-3-(1H-テトラゾール-5 -イル) プロペンアミドの合成 $(Z) - N - (3 - (2 - (4 - \nu) - 2 - \tau))$ アゾリル)エチニル)フェニル)-2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール

-5-イル)プロペンアミドを実施例1の工程5と同様

に処理し、表題物を得た。

融点125~128℃; 元素分析值C₁₉H₁₅FN₆O S·1/2H₂ Oの計算値(%) C, 56.57; H, 4.00; N, 20.83, 測定値(%) C, 56. 86; H, 4. 29; N, 20. 00. 【0395】[実施例127] (E)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル)-2-フルオロ-3-(1H-テトラゾ ールー5ーイル) -2ープテンアミド: (工程1) 1-(2-(4-x)+キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) エタノールの合成 2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-カルバルデヒドとメチルマグネシウムプロミド(3 Mのエーテル溶液)を実施例124の工程2と同様に処 理し、1-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テ トラゾール-5-イル) エタノールを得た。 融点61~62℃; NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.65(3H, d), 2.56 (1H, d), 3.80(3H, s), 5.16(1H, m), 5.67(2H, s), 6.89 (2H, dt), 7.34 (2H, dt). 【0396】(工程2) 2-アセチル-2-(4-メ トキシベンジル) -2 H-テトラゾールの合成 1-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ールー5ーイル)エタノールを実施例124の工程3と 同様に処理し、2-アセチル-2-(4-メトキシベン ジル) -2H-テトラゾールを得た。 融点 66~67℃; IR ν max c m⁻¹ 1718; NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 2. 74(3H, s), 3.80(3H, s), 5.77(2H, s), 6.90(2H, d), 7.39(2H, d). 【0397】(工程3) エチル (E)-2-フルオ ロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テト ラゾールー5ーイル)-2-ブテン酸の合成 2-アセチル-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例125の工程1と同様に処理し、 エチル (E)-2-フルオロ-3-(2-(4-メト キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2 ーブテン酸を油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.0 0(3H, t), 2.17(3H, d), 3. 80(3H, s), 4.04(2H, q),5.70(2H, s), 6.90(2H, d),7.36 (2H, d). 【0398】(工程4) (E)-2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル)-2-ブテン酸の合成 エチル (E)-2-フルオロ-3-(2-(4-メト キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2

ープテン酸を実施例56と同様に処理し、(E)-2-

フルオロ-3-(2-(4-X)+++)ベンジル) -2H - テトラゾール-5-イル) - 2-ブテン酸を油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 2.3$ 6 (3H, d), 3.81(3H, s), 5.76 (2H, s), 6.93(2H, d),7.38 (2H, d).

【0399】(工程5) (E)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-ブテンアミドの合成

3-(2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) アニリンと(E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) ブテン酸を実施例1 0 3 の工程1 と同様に処理し、(E) - N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) ブテンアミドを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.8 9~2.39 (6H, m), 3.69 (1H,

m), 3. 78 (3H, s), 5. 74 (2H, s), 6. 89 (2H, dt), 7. 29~7. 40 (4H, m), 7. 59 (1H, d), 7. 81 (1H, s), 9. 24 (1H, s).

【0400】(工程6) (E)-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-フルオロ-3-(1H-テトラゾール-5-イル)ブテンアミドの合成

(E) $-N-(3-(2-(4-\nu)7) - 2-4$ アゾリル) エチニル) フェニル) -2-7 ルオロー3-(2-(4-メトキンベンジル) -2H-Fトラゾール -5-4ル) ブテンアミドを実施例1の工程5と同様に 処理し、表題物を得た。

融点 $199\sim200^\circ$; $IR\nu$ max cm^{-1} 221 6,1672; $NMR(400MHz,DMSO-d_6)\delta ppm 1.88\sim2.27(6H, m), 3.66(1H, m), 7.42\sim7.47(2H, m), 7.52(1H, s), 7.68 (1H, d), 7.93(1H, s), 10.74(1H, s); <math>MS(FAB)m/z$ 409 (M^++1) ; 元素分析値 $C_{20}H_{17}FN_6$ OS·3/4 H_2 Oの計算値(%) C,56.93; H,4.4 2; N,19.92, 測定値(%) C,57.1 3; H,4.18; N,19.80.

【0401】 [実施例128] (E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イ

ル) -2-プロペンアミド:

(工程1) エチル (E)-3-(2-(4-メトキ シベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)アクリ ル酸の合成

2-(4-x)キシベンジル)-2H-テトラゾールー 5-カルバルデヒドとトリエチル フォノ酢酸を実施例 124の工程4と同様に処理し、エチル (E) -3-(2-(4-x)キシベンジル) -2H-テトラゾール -5-4ル)アクリル酸を得た。

融点36C; NMR (400MHz, CDC 1_3) δ ppm 1.33 (3H, t), 3.80 (3H, s), 4.27 (2H, q), 5.70 (2H, s), 6.90 (2H, dt), 7.35 (2H, dt), 7.66 (1H, d). 【0402】 (工程2) (E) -3 - (2 - (4 - 4) トキシベンジル) -2 H - テトラゾール - 5 - 4 ルウリル酸の合成

エチル (E) -3-(2-(4-x)+2) (E) -3-(2-(4-x)+2) (E) -2H-7+2 (E) -3-(2-(4-x)+2) (E) -3-(2-(4-x)+2) (E) -3-(2-(4-x)+2) (D) -2H-7+2 (E) -3-(2-(4-x)+2) (D) -2H-7+2 (D) -2H-

融点 167~169℃; IRνmax cm⁻¹ 268 8,2268,2556,1694; NMR(400 MHz,CDCl₃)δppm 3.80(3H, s), 5.71(2H, s), 6.90(2H, d), 7.36(2H, dt), 7.76(1 H, d); MS(FAB)m/z 261(M⁺ +1); 元素分析値C₁₂H₁₂N₄O₃の計算値(%) C,55.38; H,4.65; N,21.5 3, 測定値(%) C,55.34; H,4.70; N,21.63.

【0403】(工程3) (E) $-N-(3-(2-(4-\nu)2) + N-(2-(4-\nu)2) + N-(3-(2-(4-\nu)2) + N-(3-(2-(4-\nu)2) + N-(2-(4-\nu)2) + N-(2-($

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $4\sim2.36(6\text{H}, \text{m}), 3.70(1\text{H}, \text{m}), 3.81(3\text{H}, \text{s}), 5.71(2\text{H}, \text{s}), 6.96(1\text{H}, \text{s}), 7.14(2\text{H}, d), 7.34(4\text{H}, m), 7.40$ (1H, m), 7.77(1H, d), 7.83 (1H, s).

【0404】(工程4) (E) -N-(3-(2-4-2)) (4-2) (4-2) (1-2

(E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-3-(2-(4-) + 2-(4

融点 >300C; IR ν max cm⁻¹ 2212, 1674; NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.84 \sim 2.31(6H, m), 3.67 (1H, m), 7.30 \sim 7.59(5H,

m), 7.71(1H, d), 8.09(1H, s), 10.75(1H, s); MS(FAB)m/z 377(M $^+$ +1); 元素分析值C₁₉H₁₆N₆OS·1/2H₂Oの計算值(%) C, 59.21; H, 4.45; N, 21.80, 測定值(%) C, 59.03; H, 4.29; N, 21.66.

【0405】 [実施例129】 N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(1H-テトラゾール-5-イル) -1-シクロペンテン-1-カルボキサミド:

(工程1) エチル 2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキシレートの合成

エチル 2-シアノ-1-シクロペンテン-1-カルボ キシレートを参考例20と同様に処理し、エチル <math>2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキシレートを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.1 3 (3H, t), 2.05 (2H, q), 2. 85 (2H, t), 2.96 (2H, t), 3.79 (3H, s), 4.15 (2H, q), 5.68 (2H, s), 6.86 (2H, d), 7,32 (2H, d).

【0406】(工程2) 2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボン酸の合成

エチル 2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H- テトラゾール-5-イル) -1-シクロペンテン-1- カルボキシレートを実施例56と同様に処理し、2- (2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボン酸を 得た。

融点106~108℃; NMR (400MHz, CD Cl₃) δppm 1.99 (2H, q), 2.9

 $3\sim3.03$ (2H, m), $3.10\sim3.33$ (2H, m), 3.80 (3H, s), 5.7 1 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.3 7 (2H, d); 元素分析值 $C_{15}H_{16}N_4$ O_3 の計算值(%) C,59.99; H,5.37; N,1 8.66, 測定値(%) C,59.69; H,5.37; N,18.19.

【0407】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)-1-シクロペンテン-1-カルボキサミドの合成

2-(2-(4-x)+キシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-1-シクロへペンテン-1-カルボン酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを実施例<math>103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキサミドを淡黄色油状物として得た。

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -1-シクロペンテン-1-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $186\sim189$ °C (decomp.); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.81 \sim 2.09(2H, m), 2.21 \sim 2.28(4H, m), 2.94 \sim 2.99(4H, m), 3.67(1H, m), 7.38(1H, d), 7.44(1H, t), 7.53(1H, s), 7.67(1H, d), 8.02(1H, s), 10.46(1H, s), 7.30 \sim 7.59(5H, m), 7.71(1H, d), 8.09(1H, s), 10.75(1H, s);

元素分析値C₂₂H₂₀N₆ OS·1/4H₂ Oの計算値

(%) C,62.76; H,4.91; N,1 9.96, 測定値(%) C,62.56; H, 5.04; N,19.53.

【0409】 [実施例130] (E,E)-N-(3-(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリル) エチニル)フェニル)-5-(1H-テトラゾール-5-イル)-2,4-ペンタジエナミド:

(工程1) (E, E) -N-(3-(2-(4-4)) プロピル-2-4アゾリル) エチニル) フェニル) -5 -(2-(4-x)+2) -(2-(4-x)+2) -(2-(4-x)+2) -(2-(4-x)+2) -(2-(4-x)+2) -(2-(4-x)+2) -(2-(4-x)+2) -(4-x) -

融点 $150\sim151^{\circ}$; $IR\nu$ max cm^{-1} 221 2,1678; $NMR(400MHz,CDCl_3)$ δ ppm $1.35(6H, d), 3.15(1H, m), 3.80(3H, s), 5.69 (2H, s), 6.90(2H, d), 6.9 <math>4(1H, s), 6.95(1H, d), 7.18\sim7.68(8H, m), 7.79(1H, br s); MS(FAB) m/z <math>511(M^+ + 1)$; 元素分析值 $C_{28}H_{26}N_6O_2$ Sの計算值(%) C,65.86; H,5.13; N,16.46, 測定值(%) C,65.60; H,5.10; N,16.72.

【0410】(工程2) (E, E) -N-(3-(2-4-4)) (2) (E, E) -N-(3-(2-4-4)) (E, E) -N-(3-(2-4)) (E, E) (E

(E, E) -N-(3-(2-(4-4)) ロピルー2 - チアゾリル) エチニル) フェニル) - 5 - (2 - (4 - メトキシベンジル) - 2 + 1 - 2 + 3 + 4 + 4 + 7 + 9 + 7 + 8 + 9

融点 212~214℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400MHz, DMSO-d 6) δppm 1.27(6H, d), 3.08 (1H, m), 6.54(1H, d), 7.2 2(1H, d), 7.36~7.54(5H, m), 7.69(1H, d), 8.07(1H, s), 10.46(1H, s); 元素分析値C 20H₁₈N₆OSの計算値(%) C, 61.52; H, 4.65; N, 21.52, 測定値(%)

C, 61.50; H, 4.73; N, 21.52. 【0411】 [実施例131] 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンゾイル-1 H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオドベンゾイル)-1-(4 ーメトキシベンジル)ー1Hーテトラゾールの合成 3-イオド-N-メトキシ-N-メチルベンズアミド5 82mg及び1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール380mgにTHF10ml及びN, N'-テトラメチルエチレンジアミン1mlを加え、撹拌下-78℃でリチウム ヘキサメチルジシラジド(1 MのT HF溶液) 2mlを、5分間を要して滴下した。反応液 を、さらに同温度で30分撹拌した後、飽和塩化アンモ ニウム10mlを加え、室温に戻した。反応液を酢酸工 チルで抽出し、抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナト リウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリ カゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n -ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製し、5-(3) ーイオドベンゾイル) -1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾールを得た。

融点86~89℃; NMR(400MHz, CDC1 3) δppm 3.76(3H, s), 5.88 (2H, s), 6.83~6.85(2H, m), 7.27(1H, t), 7.34~7.37(2 H, m), 8.00(1H, d), 8.41 (1H, d), 8.67(1H, s). 【0412】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゾイル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールの 合成

5-(3-4オドベンゾイル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールと<math>3-(2-(4-シ)ロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シ)ロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゾイル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールを得た。

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) ベンゾイル) -1-(4-メトキシベン ジル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様 に処理し、表題物を得た。

融点 $191\sim196$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0414】 [実施例132] エチル (E)-3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)プロペン酸:

(工程1) エチル (E)-3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)プロペン酸の合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンゾイル) <math>-1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾールとトリエチル フォスフォノ酢酸を実施例124の工程4と同様に処理し、エチル

(E) -3-(3-(2-(4-)20) -3-(1-(4- チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1-(4- メトキシベンジル) -1 Hーテトラゾールー5ーイル) プロペン酸を油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.1$ 5 (3H, t), $1.84\sim2.39$ (6H, m), $3.65\sim3.73$ (1H, m), 3.7 5 (3H, s), 4.12 (2H, q), 5.07 (2H, s), 6.67 (1H, s), $6.77\sim6.82$ (2H, m), 6.99 (1H, s), 7.19 (1H, d), 7.32 (1H, s), 7.38 (1H, t), 7.64 (1H, d).

【0415】(工程2) エチル (E)-3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)プロペン酸の合成

融点 122~124℃ (再結晶溶媒: クロロホルム-

n-ヘキサン); $IR\nu$ max cm^{-1} 2216,1724; NMR (400MHz, $CDC1_3$) δ ppm 1.10(3H, t), 1.86 \sim 2.37(6H, m), 3.58 \sim 3.67(1H, m), 4.07(2H, q), 6.98(1H, s), 7.23(1H, s), 7.30 \sim 7.44(4H, m); MS (EI) m/z 405(M^+); 元素分析値 $C_{21}H_{19}N_5$ O_2 S O計算値(%) C, 62.21; H,4.72; N,17.27, 測定値(%) C,62.06; H,4.66; N,17.02.

【0416】 [実施例133] 3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) プロペン酸: エチル (E) -3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) プロペン酸を実施例56と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300℃(再結晶溶媒:クロロホルムーエタノ -JV); IR ν max cm⁻¹ 2218, 1707, 1 629; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ $ppm 1.88\sim2.33(6H, m), 3.6$ 4~3.68(1H, m), 6.99(1H, s), 7.43(1H, d), 7.52(1H, t), 7.52(1H, s), 7.61(1 H, s), 7. 70 (1H, d); MS (FA B) m/z 378 (M+ +1); 元素分析值C₁₉H 15 N5 O2 Sの計算値(%) C, 60.46; H, 4.01; N, 18.56, 測定値(%) C, 6 0.52; H, 4.15; N, 18.65. 【0417】[実施例134] (E)-3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)フェニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イ ル) アクリロニトリル:

(工程1) (E) $-3-(3-(2-(4-\nu)7)$ $-3-(2-4-\nu)$ (1) $-3-(1-(4-\lambda)+2-\nu)$ (1) -1 H-テトラゾール $-5-(3-(2-(4-\nu)7)$ 円の合成 $-5-(3-(2-(4-\nu)7)$ アクリロブチルー $-3-(3-4-\nu)$ アクリロブチルー $-3-(3-4-\nu)$ アクリロブチルー $-3-(3-4-\nu)$ アクリロブチルー $-3-(3-4-\nu)$ アクリフザチルー $-3-(3-4-\nu)$ アグリ

ル)エチニル)ベンゾイル)-1-(4-x)トキシベンジル)-1 Hーテトラゾールとジエチル シアノメチルフォスフォン酸を実施例124の工程4と同様に処理し、(E)-3-(3-(2-(4-y))07年ル)フェニル)-3-(1-(4-x))17年ル)フェニル)-3-(1-(4-x))27年ル)アクリロニトリルを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 2~2.40(6H, m), 3.70~3.76(1H, m), 3.76(3H, s), 5.08 (2H, s), 6.14(1H, s), 6.6

2~6.79(4H, m), 7.00(1H, s), 7.40~7.42(2H, m), 7.5 1(1H, t), 7.75(1H, d). 【0418】(工程2) (E)-3-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1H-テトラゾールー5-イル)アクリロニトリルの合成

(E) $-3-(3-(2-(4-)20\pi)+20\pi)$ アゾリル) エチニル) フェニル) $-3-(1-(4-)2\pi)$ トキシベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) アクリロニトリルを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 179~182℃(decomp.)(再結晶溶 媒:クロロホルムーエタノールーn-ヘキサン); [$R \nu \max c m^{-1} 2220$; NMR (400MHz, DMSO- d_6) $\delta ppm 1.83~2.32 (6)$ H, m), $3.62\sim3.71(1H, m)$, 6.93(1H, s), 7.54(1H, s), 7.43(1H, d), 7.52(1H, t), 7.52(1H, s), 7.66(1H, t), 7.71(1H, d), 7.85(1 H, d), 7.88(1H, s); MS(FA B) m/z359 (M+ +1); 元素分析值C₁₉H 14 N₆ Sの計算値(%) C,62.88; H,4. 03; N, 23.16, 測定値(%) C, 62. 88; H, 4. 02; N, 23. 13. 【0419】[実施例135] 3-(2-(4-シク ロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミ ノー1H-テトラゾール:

(工程1) $5-(3-4\pi)7ェニル)$ アミノー1ー (4-x)+2 ベンジル) -1 H- アトラゾール、及び、 $5-(3-4\pi)7ェニル)$ アミノー2ー (4-x)+2 トキシベンジル) -2 H- テトラゾールの合成 $5-(3-4\pi)7$ アミノー1 H- テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、 $5-(3-4\pi)7$ ドフェニル) アミノー1 -(4-x) キシベンジル) -1 H- テトラゾール、及び、 $5-(3-4\pi)7$ アミノー2 -(4-x) キシベンジル) -2 H- テトラゾールを得た。

融点 $138\sim139$ °C; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm 3.81 (3H, s), 5.6 1 (2H, s), 6.86 (1H, s), 6.9 2 (2H, d), 7.03 (1H, t), 7.31 (1H, dd), 7.37 (1H, dd), 7.38 (2H, d), 7.83 (1H, t). 【0420】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノー1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール、及び 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノー2-(4-シアゾリル) エチニル) フェニル) アミノー2-(4-シアゾリル) エチニル) フェニル) アミノー2-(4-

メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成上記、ヨウ素体と4-シクロブチル-2-エチニルチア ゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、<math>5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノ-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール、及び <math>5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノ-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラ ゾールを油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $0\sim2.50(6\text{H}, \text{m}), 3.60\sim3.70(1\text{H}, \text{m}), 3.80(3\text{H}, \text{s}), 5.64$ (2H, s), 6.91(2H, d), 6.96(1H, s), 7.16(1H, s), 7.21(1H, dd), 7.32(1H, t), 7.39(2H, d), 7.43(1H, dd), 7.71(1H, t).

【0421】(工程3) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノ-1 H-テトラゾールの合成

上記の工程2で得た化合物を、実施例1の工程5と同様 に処理し、表題物を得た。

融点 133~135℃(再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); NMR(400MHz, DMSO-d6) δppm 1.80~2.40(6H, m), 3.20~3.40(1H, br s), 3.60~3.80(1H, m), 7.22(1H, d), 7.42(1H, t), 7.53(1H, s), 7.86(1H, s), 10.09(1H, s); MS(FAB) m/z 323(M++

【0422】[実施例136] 5-(3-(2-(4-2)01) - (3-(4-2)01) - (3-(4-2

1).

(工程1) 5-(3-イオドフェノキシ)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールの合成5-イオド-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール948g、3-イオドフェノール741mg及び炭酸カリウム1.24gにDMF20m1を加え、70℃で3日間撹拌した。反応液を水200m1に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出層を水洗後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム)で精製し、5-(3-イオドフェノキシ)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.8 0 (3H, s), 5.37 (2H, s), 6. 91 \sim 6.87 (2H, m), 7.13 (1H, t), 7.30 \sim 7.34 (3H, m), 7.6

0 (1 H, d), 7.64 (1 H, s). 【0423】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェノキシ)-1-(4-メトキシベンジル)1-H-テトラゾールの合成

5-(3-4オドフェノキシ)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾーと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェノキシ)-1-(4-メトキシベンジル)<math>1-H-テトラゾールを赤褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 9~2.40 (6H, m), 3.65~3.74 (1 H, m), 3.81 (3H, s), 5.39 (2H, s), 6.90~6.92 (2H, m), 6.98 (1H, m), 7.32~7.3 4 (2H, m), 7.40~7,44 (2H, m), 7.48~7.50 (1H, m), 7.5 3 (1H, s).

【0424】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェノキシ)-1H-テトラゾールの合成

融点 $161\sim163$ ^C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); $IR\nu$ max cm^{-1} 2212; N MR (400MHz, $DMSO-d_6$) δ ppm1.8 $3\sim2$.30 (6H, m), 3. $63\sim3$.71 (1H, m), 7. $48\sim7$.58(4H, m), 7.68(1H, s); MS(EI) m/z 3 23(M^*); 元素分析値 $C_{16}H_{13}N_5$ $OS\cdot1/4$ H_2 OO計算値(%) C, 58.61; H, 4.15; N, 21.36, 測定値(%) C, 58.85; H, 4.10; N, 21.32.

【0425】[実施例137] 5-(3-(2-(3-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾールの合成

ル) エチニル) フェニル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを黄色 油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $0\sim2.50(6\text{H}, \text{m}), 3.60\sim3.80(1$ H, m), 3.81(3H, s), 5.75 (2H, s), 6.92(2H, d), 6.9 $8(1\text{H}, \text{m}), 7.30\sim7.40(3\text{H}, \text{m}), 7.49(1\text{H}, \text{t}), 7.50\sim7.6$ 0(2H, m), 7.60(1H, d), 7.77(1H, s), 8.12(1H, d), 8.32(1H, s).

【0426】(工程2) 5-(3-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-4アゾリル) エチニル) フェニル) エチニル) フェニル) エチニル) フェニル) ー2-(4-メトキシベンジル) ー2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $106\sim108$ \mathbb{C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); NMR (400 MHz, DMSO $-d_6$) δ ppm 1.80 \sim 2.4 0(6H, m), 3.60 \sim 3.80(1H, m), 7.70(1H, s), 7.74(1H, t), 7.60 \sim 7.80(3H, m), 7.80(1H, d), 7.90(1H, s), 8.11(1H, d), 8.25(1H, s); MS (FAB) m/z 408 (M*+1); 元素分析値 $C_{24}H_{17}N_5$ Sの計算値(%) C,58.25; H,3.77; N,12.82, 測定値(%) C,58.51; H,3.52; N,12.82.

【0427】 [実施例138] N-(1H-テトラゾ ール-5-イル)-4-((3-(2-(4-シクロブ チル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノス ルフォニル)ベンズアミド:

(工程1) 4-((3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノスルフォニル)安息香酸の合成

(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリン293m及びピリジンを塩化メチレン10m1に溶解し、4-クロロスルフォニル安息香酸254mgを加え室温で1時間撹拌した。反応液に1N塩酸10m1を加え、塩酸メチレン出る抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンで再結晶し、4-((3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノスルフ

ォニル) 安息香酸を得た。

融点 $213\sim216$ C(decomp.); IR ν max cm $^{-1}$ 2216, 1704, 1602, 158 0, 1504, 1338; NMR (400MHz, D MSO-d $_6$) δ ppm 1.89 \sim 2.33(6H, m), 3.64(1H, m), 7.21 \sim 7.24·(1H, m), 7.31 \sim 7.40(3H, m), 7.54(1H, s), 7.90(1H, d), 8.10(1H, d), 10.76(1H, s); MS (FAB) m/z439(M $^+$ + 1); 元素分析值C $_{12}$ H $_{18}$ N $_{12}$ O $_{14}$ S $_{15}$ C $_{15}$ C $_{15}$ S $_{15}$ C $_{15}$

【0428】(工程2) N-(1H-テトラゾール-5-イル)-4-((3-(2-(4-シクロブチルー 2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノスルフォ ニル)ベンズアミドの合成

4-((3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノスルフォニル)安息香酸と5-アミノ-1H-テトラゾールを、実施例86と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $203\sim206$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max c m $^{-1}$ 2216, 1692, 1588, 1548, 1504, 1406, 1338; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.83 \sim 2.33(6H, m), 3.66(1H, m), 7.26(1H, dt), 7.30 \sim 7.39(3H, m), 7.53(1H, s), 7.96(1H, d), 8.20(1H, d), 10.78(1H, s), 12.63(1H, br); MS (FAB) m/z 506(M + 1); 元素分析値C₂₃H₂₉N₇O₃S₂計算値(%) C,54.64; H,3.78; N,19.39, 測定値(%) C,54.24; H,3.83; N,18.98.

【0429】 [実施例139] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンゼンスルフォンアミド:

(工程1) N-(3-イオドフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンゼンスルフォンアミドの合成

 $N-(3-4オドフェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-4ル) ベンゼンスルフォンアミドを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>N-(3-4オドフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル) ベンゼンスルフォンアミドを得た。 融点 <math>139\sim140$ (再結晶溶媒: 塩化メチレ

 \rangle); NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.80(3H, s), 5.74(2H, s), 6.73(1H, s), 6.90(2H, d), 6.95(1H, t), 7.05 \sim 7. '07(1H, m), 7.38(2H, d),7. $44\sim7.46$ (2H, m), 7.86 (2H, d), 8.23(2H, d); MS(FAB)m /z 538(M⁺ +1); 元素分析値C₂₁H₁₈IN ₅ O₃ S計算値(%) C, 46.08; H, 3.3 1; N, 12.79, 測定値(%) C, 46.8 7; H, 3. 67; N, 12. 15. 【0430】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)ー4 - (2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ルー5-イル) ベンゼンスルフォンアミドの合成 N-(3-イオドフェニル)-4-(2-(4-メトキ シベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンゼ ンスルフォンアミドと4-シクロブチル-2-エチニル チアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジ ル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンゼンスルフ ォンアミドを得た。

融点 $130\sim132$ [°] (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); IR_{ν} max cm^{-1} 2216; NM R (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.88 \sim 2.40(6H, m), 3.69(1H, m), 3.79(3H, s), 5.73(2H, s), 6.80(1H, br s), 6.89(2H, d), 7.00(1H, s), 7.14(1H, d), 7.21(1H, t), 7.29(1H, t), 7.32(1H, d), 7.38(2H, d), 7.84(2H, d), 8.19(2H, d); MS (FAB) m/z 583(M+1); 元素分析値C₃₀H₂₆N₆O₃S₂·H₂O計算値(%) C,59.99; H,4.70; N,13.99, 測定値(%) C,59.91; H,4.37; N,13.88.

【0431】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンゼンスルフォンアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンゼンスルフォンアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 172~175℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーnーへキサン); IRνmax cm -1 2216,1656,1602,1576,153 $8, 1352; NMR(400MHz, CDCl_3)$ $\delta ppm 1.88~2.40(6H, m), 3.69(1H, m), 3.79(3H, s), 5.73(2H, s), 6.80(1H, br s), 6.89(2H, d), 7.00(1H, s), 7.14(1H, d), 7.21(1H, t), 7.29(1H, t), 7.32(1H, d), 7.38(2H, d), 7.84(2H, d), 8.19(2H, d); MS(FAB) m/z 463(M+1); 元素分析值C22H₁₈N₆O₂S₂·1/2H₂O計算值(%) C, 56.04; H, 4.06; N, 17.82, 測定值(%) C, 56.12; H, 3.93; N, 17.94.$

【0432】[実施例140] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゼンスルフォンアミド:

(工程1) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-ブロモベンゼンスルフォンアミドの合成

N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-ブロモベンゼンスルフフォンアミドを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-ブロモベンゼンスルフォンアミドを得た。

融点 190~192℃ (再結晶溶媒:塩化メチレンー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 1614, 1516, 1348; NMR (400MHz, CDC13) δppm 3.79 (3H, s), 5.71 (2H, s), 6.71 (1H, s), 6.89 (2H, d), 7.18 (2H, d), 7.30 (1H, t), 7.37 (2H, d), 7.67 (2H, d), 7.97 (1H, t), 8.03 (2H, d); MS (FAB) m/z 501 [(M⁺+2)+1], 499 [(M⁺)+1]; 元素分析値C₂₁H₁₈BrN₅O₃ S計算値(%) C,50.41; H,3.63; N,14.00, 測定値(%) C,50.73; H,3.87; N,13.99.

【 0433】(工程2) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3 -イオドベンゼンスルフォンアミドの合成

N-(4-(2-(4-x)++)-x)-2H-テトラゾールー5-4ル)-3-ブロモベンゼンスルフォンアミドを実施例19の工程2と同様に処理し、<math>N-(4-(2-(4-x)++)-x)-2H-テトラゾールー5-4ル)-3-4オドベンゼンスルフォンアミドを得た。

融点 197~201℃ (再結晶溶媒:塩化メチレン-

 $n- \wedge + \psi$); $IR\nu \max cm^{-1} 1614, 1516, 1348$; NMR(400MHz, CDC13) $\delta ppm 3.79(3H, s), 5.71(2H, s), 6.89(2H, d), 7.15(1H, t), 7.17(2H, d), 7.37(2H, d), 7.69(2H, d), 7.86(1H, d), 8.03(2H, d), 8.16(2H, d); <math>MS(EI)m/z$ 547(M^*); 元素分析値 $C_{21}H_{18}IN_5$ C_3 S計算値(%) C,46.08; H,3.31; N,12.79, 測定値(%) C,46.36; H,3.48; N,12.66.

【 0434】 (工程3) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル) ベンゼンスルフォンアミドの合成

N-(4-(2-(4-x)+キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-イオドベンゼンスルフォンアミドと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、<math>N-(4-(2-(4-x)+キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゼンスルフォンアミドを得た。

融点 $167\sim169$ [°] (再結晶溶媒: クロロホルムー n- へキサン); $IR\nu$ max cm^{-1} 2216, 16 14, 1514, 1480, 1388, 1846; NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.89 \sim 2.40 (6H, m), 3.72 (1H, m), 3.79 (3H, s), 5.70 (2H,

s), 6.88(2H, d), 7.00(1 H, s), 7.07(1H, s), 7.21 (2H, d), 7.36(2H, d), 7.3 9(1H, t), 7.57(1H, dt), 7.72(1H, dt), 8.03(1H,

t), 8.03(2H, d); MS(FAB)m/z 583(M $^+$ +1); 元素分析值C $_{30}$ H $_{26}$ N $_{6}$ O $_{3}$ S $_{2}\cdot 1/4$ H $_{2}$ O計算值(%) C, 61.36; H, 4.55; N, 14.31, 測定值(%) C, 61.21; H, 4.49; N, 14.31.

【0435】(工程4) N-(4-(1H-テトラゾ ール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)ベンゼンスルフォンアミドの 合成

N-(4-(2-(4-x)++2)(2)) - 2H-テトラゾール-5-(4) - 3-(2-(4-2))

融点 139~142℃(decomp.) (再結晶溶

媒: クロロホルム -n - \wedge + + \wedge) ; IR ν max cm $^{-1}$ 2220; NMR (400MHz, DMSO-d 6) δ ppm 1.83 \sim 2.34 (6H, m), 3.67 (1H, m), 7.34 (2H, d), 7.57 (1H, s), 7.68 (1H, t), 7.90 \sim 7.94 (4H, m), 8.06 (1H, t), 10.87 (1H, s); MS (FAB) m/z 463 (M $^{+}$ +1); 元素分析値C $_{22}$ H $_{18}$ N $_{6}$ O $_{2}$ S $_{2}$ ·H $_{2}$ O計算値(%) C,54.99; H,4.19; N,17.14, 測定値(%) C,54.69; H,3.97; N,17.1

【0436】[実施例141] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド:

NMR(400MHz,DMSO-d₆) δ ppm 3.75(3H, s),5.94(2H, s),6.96(2H, d),7.41(2H, d),8.11(2H, d);元素分析值C₁₆H₁₄N₄O₃計算值(%)C,61.93;H,4.55;N,18.06,測定值(%)C,61.59;H,4.56;N,17.80.

【0437】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と <math>3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを実施例 1 04の工程 2 と同様に処理し、1 N-1 N-

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $9\sim2.41$ (6H, m), 3.70 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.91 (2H, d), 6.96 (1H, s), 7.38 \sim 7.41 (4H, m), 7.71 \sim 7.75 (1H, br), 7.89 (1H, d), 7.97 (2H, d), 8.27 (2H, d); MS (FAB) m/z 547 (M*

+1). 【0438】(工程3) N-(3-(2-(4-シク

ロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4 - (1H-テトラゾールー5-イル) ベンズアミドの合

成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(1H-テトラゾール-5-4ル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 225~227℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー メタノール); NMR(400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1.83 \sim 2.35(6H, m), 3.68(1H, m), 7.42(1H, d), 7.50(1H, t), 7.53(1H, s), 7.89(1H, dd), 8.16(1 H, d), 8.19(2H, d), 8.23 (2H, d), 10.58(1H, br); MS (FAB) m/z 427 (M++1); 元素分析· 值C23H18N6 OS計算值(%) C, 64.77; H, 4.25; N, 19.70, 測定值(%) C, 64.64; H. 4.33; N. 19.47. 【0439】[実施例142] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズア ٤ ¥ :

(工程1) 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル)安息香酸の合成 エチル 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸を実施例56と同様 に処理し、3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H -テトラゾール-5-イル)安息香酸を得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{DMSO-d}_6) \delta \text{ppm}$ 3. 75 (3H, s), 5. 92 (2H, s), 6. 97 (2H, d), 7. 41 (2H, d), 7. 69 (1H, t), 8. 08 (1H, d), 8. 27 (1H, d), 8. 58 (1H, s).

【0440】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と<math>3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを実施例1 04の工程 2 と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを得た。

融点140~142℃; NMR (400MHz, CD Cl₃)δppm 1.92~2.39(6H,

m), 3.69(1H, m), 3.80(3H, s), 5.75(2H, s), 6.91(2H, d), 6.95(1H, s), 7.35~7.41(4H, m), 7.61(1H, t), 7.73(1H, m), 7.92(1H, s), 8.02(1H, d), 8.07(1H, s), 8.31(1H, d), 8.57(1H, s).

【0441】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $168\sim170$ °C; NMR (400MHz, DM SO- d_6) δ ppm1.87 \sim 2.31(6H, m), 3.68(1H, m), 7.42(1H, d), 7.50(1H, t), 7.54(1H, s), 7.81(1, d), 8.27(1H, d), 8.65(1H, s), 10.66(1H, s); 元素分析值C₂₃H₁₈N₆OS·1/4H₂O計算值(%) C, 64.10; H, 4.33; N, 19.5, 測定值(%) C, 63.83; H, 4.17; N, 19.59.

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(4-(2 ー(4-メトキシベンジル)テトラゾール-5-イル) ベンゾイル)グリシン エチル エステルの合成 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸とN-(4-(2-(4-メトキシベンジル)テトラゾール-5-イル)ベンゾイル)グリシン エチル エステルを実施例104の工程 2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)テトラゾール-5-イル)ベンゾイル)グリシン エチル エステルを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.3 1 (3H, t), 1.88 \sim 2.41(6H, m), 3.68(1H, m), 3.78(3H, s), 4.26(2H, q), 4.60(2 H, s), 5.70(2H, s), 6.86 \sim 6.90(2H, m), 6.96(1H, s), 7.11(1H, d), 7.18(1H, t), 7.34~7.38(3H, m), 7.44~7.46(3H, m), 7.97(1H, d). 【0443】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)テトラゾールー5-イル)ベンゾイル)グリシンの合成N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)テトラゾールー5-イル)ベンゾイル)グリシン エチル エステルを実施例56と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $94\sim96$ °C; NMR (400MHz, DMS $O-d_6$) δ ppm 1.83 \sim 2.32(6H, m), 3.65(1H, m), 3.73(3H, s), 4.57(2H, s), 5.88(2H, s), 6.94(2H, d), 7.22(1H, d), 7.31(1H, t), 7.36(2H, d), 7.43 \sim 7.47(3H, m), 7.53(1H, s), 7.57(1H, s), 7.92(2H, d), 12.96(1H, s).

 $N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-(4-(2-(4-メトキシベンジル) テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン エチル エステルを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 <math>89\sim91\%$; IR ν max cm $^{-1}$ 2216,

1746, 1660; NMR (400MHz, DMSO $-d_6$) δ ppm 1. 30 (3H, s), 1. 83 \sim 2. 32 (6H, m), 3. 66 (1H, m), 4. 17 (2H, q), 4. 67 (2H, s), 7. 26 (1H, d), 7. 34 (1H, t), 7. 47 (1H, d), 7. 52 \sim 7. 53 (3H, m), 7. 61 (1H, s), 7. 93 (2H, d); MS (FAB) m/z 513 (M+ +1).

【0445】[実施例145] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンゾイル)グリシン:

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-(4-(1H-テトラゾール-5-4ル) ベンゾイル) グリシン エチルエステルを実施例 <math>56 と同様に処理し、表題物を得た。 融点 $135\sim138$ \mathbb{C} ; IR_{ν} $IR_{$

6, 1738, 1656; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) δppm 1. $86\sim2$. 33 (6H, m), 3. 65 (1H, m), 4. 58 (2H, s), 7. 26 (1H, d), 7. 33 (1H, t), 7. 46 (1H, d), 7. 52 (1H, s), 7. 52 (2H, d), 7. 59 (1H, s), 7. 93 (2H, d), 12. 95 (1H, s); MS (FAB) m/z 485 (M+1).

【0446】[実施例146] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-メチル-4 -(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ル-5-イル)ベンズアミドの合成

3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -N-メチル-アニリンと4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-メチル-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 8~2.41 (6H, m), 3.51 (3H,

s), 3.68(1H, m), 3.78(3H, s), 5.69(2H, s), 6.88(2H, d), 6.96(1H, s), 6.99(1H, d), 7.18(1H, t), 7.34 ~7.38(4H, m), 7.41(2H, d), 7.97(2H, d).

【0447】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-メチル-4-(2-(4-)+2) - N-(2+2) -

融点 $126\sim128$ \mathbb{C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 2216, 1650; NMR (400 MHz, D MSO-d₆) δ ppm 1. $83\sim2$. 32 (6 H, m), 3. 42 (3 H, s), 3. 66 (1 H, m), 7. 28 (1 H, d), 7. 34 (1 H, t), 7. 45 (1 H, d), 7. 53 (1 H, s), 7. 53 (2 H, d), 7. 6

6(1H, s), 7.91(2H, d); MS (FAB) m/z $441(M^{+}+1)$; 元素分析值 $C_{24}H_{20}N_{6}$ OS· $1/4H_{2}$ O計算值(%) C, 64.77; H, 4.64; N, 18.88, 測定值 (%) C, 64.98; H, 4.75; N, 19.04.

【0448】[実施例147] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-メチルーテトラゾール-5-イル)ベンズアミド:

(工程1) 4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸の合成

メチル 4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を実施例56と同様に処理し、4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を 得た.

NMR $(400MHz, DMSO-d_6) \delta ppm$ 4. 45 (3H, s), 8. 11 (2H, d), 8. 18 (2H, d), 13. 2 (1H, brs).

【0449】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-メチルーテトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

融点 200~202℃ (再結晶溶媒:クロロホルムn-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216,16 56,1606; NMR (400MHz, DMSOd₆) δppm 1.84~2.41 (6H, m), 3.71 (1H, m), 4.46 (3H,

s), 7.41(1H, d), 7.48(1H, t), 7.53(1H, s), 7.88(1H, d), 8.15 \sim 8.16(3H, m), 8.21 \sim 8.24(2H, m), 10.56(1H, s); MS(FAB)m/z 441(M+1); 元素分析值C₂₄H₂₀N₆OS·1/2H₂O計算值(%) C, 64.13; H, 4.71; N, 18.70, 測定值(%) C, 63.89; H, 4.56; N, 18.66.

【0450】[実施例148] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルフェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド:4-(2-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルアニリンとを実施例104の工程2と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に処理し、表題

物を得た。

融点 $223\sim225$ C (再結晶溶媒: クロロホルムーエタノールnーへキサン); IR ν max cm⁻¹ 22 08, 1640; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.89 \sim 2.29 (6H, m), 2.43 (3H, s), 3.66 \sim 3.70 (1H, m), 7.31 (1H, t), 7.51 (1H, d), 7.53 (1H, s), 7.57 (1H, d), 8.21 (4H, s), 7.57 (1H, d), 8.21 (4H, s), 10.26 (1H, s); MS (FAB) m/z 441 (M+1); 元素分析値C₂₄H₂₀N₆ OS·1/4H₂ O計算値(%) C, 64.77; H, 4.64; N, 18.88, 測定値(%) C, 64.60; H, 4.58; N, 19.08.

【0451】[実施例149] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メトキシー4-(1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド、及び N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.8$ $8\sim2.39 (6\text{H}, \text{m}), 3.70 (1\text{H}, \text{m}), 3.75, 3.77, 3.80 \text{ and } 3.9$ $6 (6\text{H}, \text{each s}), 5.39 \text{ and } 5.79 (2\text{H}, \text{each s}), 6.74 \text{ and } 6.90 (2\text{H}, \text{each d}), 6.95\sim6.$ $97 (2\text{H}, \text{m}), 7.31 (1/2\text{H}, d), 7.38\sim7.42 (4\text{H}, \text{m}), 7.57\sim7.59 (1\text{H}, \text{m}), 7.77 (1\text{H}, \text{m}),$

7.92(1/2H, d), 7.95(1/2H, d), 7.99(1/2H, d), 8.27(1/2H, s), 8.44(1/2H, s). 【0452】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3ーメトキシー4-(1Hーテトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

上記工程1で得た化合物を、実施例1の工程5と同様に 処理し、表題物を得た。

融点 $197\sim199$ ℃; $IR\nu$ max cm^{-1} 220 8, 1654; $NMR(400MHz, DMSO-d_6)$ δ ppm $1.85\sim2.35(6H, m), 3.68(1H, m), 4.10(3H, s), 7.43(1H, d), 7.51(1H, t), 7.54(1H, s), 7.77(1H, d), 7.78(1H, s), 8.13(1H, s), 8.29(1H, m), 10.58(1H, s); <math>MS(FAB)$ m/z $457(M^++1)$; 元素分析値 C_{24} H_{20} N_6 O_2 $S \cdot H_2$ O計算値(%) C, 60. 75; H, 4. 67; N, 1 7.71, 測定値(%) C, 60. 74; H, 4. 32; N, 17. 16.

【0453】 [実施例150] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

3-メチルー4-(2-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンとを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-メチルー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを淡黄色泡状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $1\sim 2.39 (6\text{H}, \text{m}), 2.71 (3\text{H}, \text{s}), 3.69 (1\text{H}, \text{m}), 3.81 (3\text{H}, \text{s}), 5.78 (2\text{H}, \text{s}), 6.92 (2\text{H}, d), 6.96 (1\text{H}, \text{s}), 7.38\sim 7.43 (4\text{H}, \text{m}), 7.73\sim 7.77 (2\text{H}, \text{m}), 7.82 (1\text{H}, \text{s}), 7.91 (2\text{H}, \text{m}), 8.16 (1\text{H}, d).$

【0454】N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-4 -(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合 成 N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 128~130℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); IRνmax cm⁻¹ 2212, 1676, 1654; NMR (400MHz, DMSO-d6) δppm 1.87~2.35 (6H, m), 2.61 (3H, s), 3.68 (1H, m), 7.41 (1H, d), 7.49 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.87~7.98 (3H, m), 8.02 (1H, s), 8.14 (1H, s), 8.29 (1H, m), 10.54 (1H, s); MS (FAB) m/z 441 (M*+1); 元素分析値C24 H20 N6 OS·1/2 H2 O計算値(%) C, 64.13; H, 4.71; N, 18.70, 測定値(%) C, 64.44; H, 4.71; N, 18.70.

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -6-(2-(4 ーメトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イ ル) -2-チオフェンカルボキサミドの合成 5-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-チオフェンカルボン酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを実施例103の工程1と同様に処理し、

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-6-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-チオフェンカルボキサミドを淡黄色泡状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 9 1~2. 39 (6H, m), 3. 70 (1H,

m), 3.81(3H, s), 5.73(2H, s), 6.91(2H, dt), 6.96(1H, s), 7.37~7.41(4H, m), 7.64(1H, d), 7.68(1H, m),

7.78(1H, d), 7.84(1H, s).

【0456】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-6-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-チオフェンカルボキサミドの合成

 オフェンカルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 224~228℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー メタノール); NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1.84 \sim 2.34(6H, m), 3.68(1H, m), 7.41(1H, d t), 7.49(1H, t), 7.52(1H, s), 7.82((1H, m), 7.87(1 H, d), 8.08(1H, t), 8.13 (1H, d), 10.61(1H, s); MS (FAB) m/z 433 (M⁺ +1); 元素分析値C 21 H₁₆ N₆ OS₂ 計算値(%)C,58.32; H, 3.73; N, 19.43, 測定值(%) C, 5 8. 26; H, 3. 90; N, 19. 48. 【0457】[実施例152] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メチル-4 -(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ル-5-イル)ベンズアミドの合成

2-メチルー4-(2-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5ーイル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンとを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メチルー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを得た。

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベン

ズアミドの合成

融点135~137℃; NMR (400MHz, DM SO-d₆) δppm1. 84~2. 33 (6H,

m), 2.50(3H, s), 3.67(1H, m), 7.41(1H, d), 7.48(1H, t), 7.54(1H, s), 7.73 (1H, d), 7.79(1H, d), 7.9 8(1H, d), 8.02(1H, s), 8. 11(1H, s), 10.65(1H, s); M S(FAB) m/z 431(M^*+1); 元素分析 值 $C_{24}H_{20}N_6$ OS·1/4 H_2 O計算值(%) C, 64.77; H, 4.64; N, 18.88, 測定值(%) C, 64.87; H, 4.87; N, 18.48.

【0459】[実施例153] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メトキシー 4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ -ル-5-イル)ベンズアミドの合成

3-xトキシー4-(2-(x)トキシベンジル) -2H -テトラゾール-5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-2)クロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンとを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-2)2-メトキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2-メトラゾール-5-イル) ベンズアミドを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 0~2.40(6H, m), 3.70(1H,

m), 3.81 (3H, s), 4.19 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.92 (2H, d), 6.96 (1H, s), 7.31 (1H, d), 7.35~7.42 (4H, m), 7.83~7.90 (4H, m), 8.03 (1H, m), 9.88 (1H, s).

【0460】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 153~155℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノールーnーへキサン); IRνmax cm⁻¹ 2 212, 1672; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.83~2.33 (6H, m), 3.67 (1H, m), 4.01 (3H,

m), 3.67(1H, m), 4.01(3H, s), 7.40(1H, dd), 7.47(1

H, t), 7.54(1H, s), 7.75 (1H, dd), 7.82 \sim 7.84(3H, m), 8.08(1H, s), 10.44(1H, s); MS(FAB)m/z 457(M $^{\circ}$ +1); 元素分析值C $_{24}$ H $_{20}$ N $_{6}$ O $_{2}$ S計算值(%)C,63.14; H,4.42;N,18.41, 測定值(%)C,63.54; H,4.58; N,18.57.

【0461】[実施例154] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-4-(1H-テトラゾール-イル)ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

4-(2-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル) 安息香酸と<math>3-(2-(4-シ)2-7) -2-4

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $4\sim2.40(6\text{H}, \text{m}), 3.67\sim3.74(1\text{H}, \text{m}), 3.80(3\text{H}, \text{s}), 4.17$ (3H, s), 5.76(2H, s), 6.9 $0\sim6.93(2\text{H}, \text{m}), 6.99(1\text{H}, \text{s}), 7.15(1\text{H}, \text{t}), 7.32(1\text{H}, \text{dd}), 7.40\sim7.42(2\text{H}, \text{m}), 7.98\sim8.00(2\text{H}, \text{m}), 8.27\sim8.29(2\text{H}, \text{m}), 8.59(1\text{H}, \text{dd}), 8.65(1\text{H}, \text{s}).$

【0462】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メトキシフェニル) -2-メトキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $186\sim187$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

7.86(1H, dd), 8.19(2H, d), 8.22(2H, d), 10.04(1 H, s); MS(FAB)m/z 457 (M⁺ + 1); 元素分析值C₂₄H₂₀N₆O₂S·1/2H₂O 計算値(%) C, 61. 92; H, 4. 55; N, 1 8.05, 測定値(%) C,62.18; H, 4.53; N, 18.27.

【0463】[実施例155] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ (1)リフルオロメトキシベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2) ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー4ー(2-(4 -メトキシベンジル) - 2H-テトラゾール-5-イ ル) -2-トリフルオロメトキシベンズアミドの合成 4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ールー5ーイル) -2-トリフルオロメトキシ安息香酸 と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処 理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メト キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2 -トリフルオロメトキシベンズアミドを得た。

融点 97~100℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーnーヘキサン); $I R \nu \max c m^{-1}$ 3288, 2940, 2216, 1656, 160 8, 1586, 1548, 1514; NMR (400 MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.89 \sim 2.42 (6H, m), $3.66\sim3.74(1H, m)$, 3.81(3H, s), 5.77(2H, s), $6.91\sim6.93$ (2H, m), 6.96(1H, s), $7.37\sim7.43(4H,$ m), 7.69 \sim 7.72(1H, m), 7.8 9(1H, s), 8.14(1H, s), 8. 22(2H, s), 8.39(1H, s); M S(EI)m/z 630(M⁺); 元素分析值C₃₂ H₂₅F₃N₆O₃Sの計算値(%) C, 60.95; H, 4.00; N, 13 .33, 測定值(%) C, 60. 69; H, 4. 16; N, 13. 5 4.

【0464】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)ー4 - (1H-テトラゾール-5-イル)-2-トリフルオ ロメトキシベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -2-メトキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオロメトキシベンズアミドを実施 例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 199~202℃(decomp.)(再結晶溶

媒:クロロホルム); $IR\nu \max cm^{-1}$ 3316, 3 104, 2976, 2948, 2868, 2212, 1 658, 1624, 1608, 1584, 1548; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.83~2.31(6H, m), 3.63~3. 72 (1H, m), 7.44 (1H, d), 7.50(1H, t), 7.54(1H, s),7.75(1H, d), 8.01(1H, d), 8.06(1H, s), 8.14(1H, s), 8, 22 (1H, d), 10, 87 (1 H, s); $MS(FAB) m/z511(M^{+} +$ 1); 元素分析值C₂₄H₁₇F₃N₆O₂S·O.25 H₂ Oの計算値(%) C, 55.97; H, 3.4 2; N, 16.32, 測定値(%) C, 55.8 8; H, 3. 42; N, 16. 44. 【0465】[実施例156] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-ト リフルオロメチルベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2) ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4 -メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イ ル) -2-トリフルオロメチルベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ールー5ーイル) -2-トリフルオロメチル安息香酸と 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニル)アニリンを、実施例103の工程1と同様に処理 し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキ シベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-トリフルオロメチルベンズアミドを淡黄色油状物として

NMR (400MHz, CDCl $_3$) δ ppm 1.8 $8\sim2.41$ (6H, m), 3.63 ~3.72 (1 H, m), 3.81(3H, s), 5.76(2H, s), $6.91\sim6.94(2H, s)$ m), 6.95(1H, s), $7.36\sim7.4$ 2(4H, m), $7.66\sim7.69(1H,$ m), 7.73(1H, s), 7.74(1H, d), 7.84(1H, s), 8.36(1H, d), 8.49(1H, s). 【0466】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-4

- (1H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオ ロメチルベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシ ベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-ト リフルオロメチルベンズアミドを実施例1の工程5と同 様に処理し、表題物を得た。

融点 201~205℃(decomp.) (再結晶溶 $\dot{\mathbf{g}}: \mathbf{x}$ タノールー \mathbf{n} - ヘキサン); $\mathbf{I} \mathbf{R} \nu \mathbf{max} \mathbf{cm}^{-1}$ 3280, 2948, 2216, 1662, 160 8, 1580, 1538; NMR (400MHz, D $MSO-d_6$) δppm 1.86~2.31 (6H, m), 3.63 \sim 3.71(1H, m), 7. 44(1H, d), 7.50(1H, t), 7.54(1H, s), 7.72(1H, d), 8.03(1H, d), 8.05(1H, s), 8.46(1H, d), 8.48(1H, s), 10.93(1H, s); MS(EI) m/z 494 (M⁺); 元素分析值C₂₄H₁₇F₃N ₆ OSの計算値(%) C, 58.29; H, 3.4 6; N, 17.00, 測定值(%) C, 58.1 1; H, 3. 61; N, 16. 73. 【0467】[実施例157] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー 2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー4ー(2-(4 ーメトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イ ル)-2-フルオロベンズアミドの合成 2-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニ リンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)-2-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 1~2.08(2H, m), 2.29~2.41(4H, m), 3.65~3.77(1H, m), 3.80(3H, s), 5.75(2H, s), 6.90~6.92(2H, m), 6.95(1H, s), 7.36~7.41(4H, m), 7.72~7.74(1H, m), 7.92(1H, s), 7.97(1H, d), 8.08(1H, dd), 8.28(1H, t), 8.50(1H, d). [0468] (工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-

ンズアミドの合成 N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。融点 179~181℃(deco

ーフルオロー4ー (1H-テトラゾールー5ーイル) ベ

mp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-エタノール); $IR\nu \max cm^{-1}$ 3268, 2980, 2936, 2216, 1650, 1606, 1582, 1556; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.86 \sim 2.03(2H, m), 2.19 \sim 2. 33 (4H, m), 3.63~3.71 (1H, m), 7.43(1H, d), 7.49(1H, t), 7.53(1H, s), 7.78(1 H, d), 7.94(1H, t), 7.98 \sim 8.03(2H, m), 8.08(1H, s), 10.78 (1H, s); MS(FAB) m/z445 (M+ +1); 元素分析値C23 H17 FN6 OS · O. 75H, Oの計算値(%) C, 60.32; H, 4.07; N, 18.35, 測定值(%) C, 60. 41; H, 3. 84; N, 18. 10. 【0469】[実施例158] N-(3-(2-(4 -シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニ ル)-3-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2

ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-3-フルオロー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成3-フルオロー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-フルオロー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.9 0~2.07(2H, m), 2.27~2.37(4 H, m), 3.63~3.72(1H, m), 3.79(3H, s), 5.78(2H, s), 6.89~6.91(2H, m), 6.95(1 H, s), 7.37~7.41(4H, m), 7.71~7.76(3H, m), 7.86(1 H, s), 8.18~8.22(2H, m). 【0470】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3 -フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 224~226℃(decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-エタノール); IR ν max c m⁻¹

2976, 2940, 2864, 2212, 1686, 1628, 1604, 1582, 1548; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.86~2.03(2H, m), 2.21~2.33(4H, m), 3.63~3.71(1H, m), 7.43(1H, d), 7.50(1H, t), 7.54(1H, s), 7.87(1H, d), 8.03(1H, d), 8.07(1H, d), 8.14(1H, s), 8.25(1H, t), 10.63(1H, s); MS(FAB) m/z 445(M+1); 元素分析值C₂₃H₁₇FN₆OSF·O.25H₂Oの計算值(%)C,61.53; H,3.93; N,18.72, 測定值(%)C,61.25; H,3.94; N,18.39.

【0471】[実施例159] N-(3-(2-(4-2))0471】[実施例159] N-(3-(2-(4-2))1722 ル)-2-(4-2)1722 ル)-2-(4-2)1722 トキシ)メチルー4-(2-(2-(4-2))1722 トキシメチル)-21722 トラゾール-51722 トキシメチル)-21723 トラゾール-51722 トキシメチル)-21723 トラゾール-51723 トキシメチル)-21724 トラゾール-51724 トキシメチル)-21725 トラゾール-51727 トキシメチル)-21727 トラゾール-51727 トキシメチル)-21727 トラゾール-51727 トキシメチル)-21727 トラゾール-51727 トラゾール タ息香酸を実施例51827 トラゾール-41727 トキシメチル)-41727 トラゾール-51727 トキシメチル)-21727 トラゾール-51727 トラゾール タ息香酸を得た。

融点 $102\sim104$ °C; NMR (400MHz, CD C 1_3) δ ppm -0.01 (9H, s), 0.97 (2H, t), 3.76 (2H, t), 5.54 (2H, s), 5.96 (2H, s), 7.02 (4H, m), 8.25 (1H, d), 8.29 (1H, d), 8.65 (1H, s).

【0472】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-フルオロフェノキシ)メチル-4-(1 or2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成3-フルオロ-4-(2-(2-(トリメチルシリル)エトキシメチル-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理して得られた油状物を、引き続き、実施例76の工程2と同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 98~99℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタ ノール); IRνmaxcm⁻¹ 2216,1674; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.86~2.32 (6H, m), 3.67 (1 H, quint), 5.38(2H, s), 6. $99\sim7$. 02(2H, m), $7.08\sim7$. 12(2H, m), 7.40(1H, d), 7.46(1H, t), 7.53(1H, s), 7.75(1H, d), 7.89(1H, d), 8.06(1H, s), 8.15(1H, d), 8.33(1H, s), 10.76(1 H, s); $MS(FAB)m/z551(M^+ +$ 1); 元素分析值C₃₀H₂₃FN₆O₂S·0.25H , Oの計算値(%) C, 64.91; H, 4.2 7; N, 15.14, 測定値(%) C, 64.8 7; H, 4.30; N, 15.19. 【0473】[実施例160] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニ (1)-5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2) ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3, 5ージメト キシー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テ トラゾールー5ーイル) ベンズアミドの合成 3, 5-ジメトキシー4-(2-(4-メトキシベンジ ル)-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル)アニリンを、実施例103の工程1と同様に処理

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.8$ $8\sim 2.40 (6\text{H}, \text{m}), 3.46 (6\text{H}, \text{s}), 3.65\sim 3.73 (1\text{H}, \text{m}), 3.7$ $3 (3\text{H}, \text{s}), 5.22 (2\text{H}, \text{s}), 6.71\sim 6.73 (2\text{H}, \text{m}), 6.90\sim 6.92 (2\text{H}, \text{m}), 6.96 (1\text{H}, \text{s}), 7.0$ $3 (2\text{H}, \text{s}), 7.33\sim 7.37 (2\text{H}, \text{m}), 7.66\sim 7.69 (1\text{H}, \text{m}), 8.1$ 7 (1H, s), 10.11 (1H, s). (0474) (T22) N - (3 - (2 - (4 - b / 2 +

し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -3, 5-ジメトキシ-4

- (2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー

ルー5ーイル) ベンズアミドを淡黄色油状物として得

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3, 5-ジメトキシ3-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 223~226℃(decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-エタノール); IRνmax cm⁻¹ 2940, 2212, 1650, 1606, 157

【0475】[実施例161] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2,6-ジメトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2, 6-ジメトキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-4ル) ベンズアミドの合成

融点 174~178℃(decomp.) (再結晶溶

【0476】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2,6-ジメトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

(%) C, 64. 63; H, 4. 91; N, 1

3.29.

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ

ル) エチニル) フェニル) -2, 6-ジメトキシ-4- (2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール -5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に 処理し、表題物を得た。

融点 $169\sim173$ C (decomp.) (再結晶溶媒: エタノールー n- へキサン); IR ν max cm^{-1} 2976, 2940, 2212, 1606, 1584, 1554; NMR (400MHz, DMSO-d6) δ ppm 1.84 \sim 2.31(6H, m), 3.65 \sim 3.74(1H, m), 3.90(6H, s), 7.37(1H, d), 7.43(2H, s), 7.44(1H, t), 7.53(1H, s), 7.73(1H, d), 8.06(1H, s), 10.57(1H, s); MS(FAB) m/z 487(M+1); 元素分析値C₂₅H₂₂N₆O₃Sの計算値(%) C, 61.71; H, 4.56; N, 17.27, 測定値(%) C, 61.43; H, 4.55; N, 17.02.

【 0477】 [実施例162] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-クロロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2-クロロー4 -(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ル-5-イル)ベンズアミドの合成

2-0ロロー4ー(2-(4-x)トキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-1ル)安息香酸と3-(2-(4-y)クロブチル-2-+アゾリル)エチニル)アニ リンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-y)0ロブチル-2-+アゾリル)エチニル)フェニル)-2-0ロロー4ー(2-(4-x)1トキシベンジル)-2Hーテトラゾール-5-1ル)ベンズアミドを黄色アモルファスとして得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ δppm 1.8 $9\sim2.41$ (6H, m), 3.65 ~3.73 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.91 \sim 6.93 (2H, m), 6.96 (1H, s), 7.39 \sim 7.4 (2H, m), 7.72 \sim 7.74 (1H, m), 7.88 (1H, s), 7.89 (1H, d), 8.04 (1H, s), 8.13 (1H, d), 8.24 (1H, s). (0478) (I22) N- $(3-(2-(4-\nu))$

ロブチルー 2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー 2 ークロロー4 ー (1Hーテトラゾールー5ーイル) ベン ズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-クロロ-4-(2-

(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理 し、表題物を得た。

融点 213~216℃(decomp.) (再結晶溶 媒:エタノールーn-ヘキサン); $IR\nu max cm^{-1}$ 2944, 2212, 1644, 1612, 158 0, 1548, 1502; NMR (400MHz, D $MSO-d_6$) $\delta ppm 1.84~2.33 (6H,$ m), 3.63 \sim 3.72(1H, m), 7. 43(1H, d), 7.50(1H, t), 7.54(1H, s), 7.76(1H, d), 7.89(1H, d), 8.07(1H, s), 8.13(1H, dd), 8.22(1 H, d), 10.87 (1H, s); MS (FA B) m/z 461(M+1);元素分析值C23H17 C1N₆OSの計算値(%) C, 59.93; H, 3.72; N.18.23, 測定値(%) C,5 9. 78; H, 3. 79; N, 17. 88. 【0479】[実施例163] N-(3-(2-(4 -シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-2-フ ルオロフェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ -ル-5-イル)ベンズアミドの合成 4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ -ル-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブ チル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロアニ リンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)-2-フルオロフェニル)-4-(2-(4-

メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)

ベンズアミドを淡黄色油状物として得た。

IR ν max cm⁻¹ 2216; NMR (400MH z, CDCl₃) δ ppm1.87~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 3.81 (3 H, s), 5.77 (2H, s), 6.92 (2H, d), 7.00 (1H, s), 7.2 2 (1H, t), 7.34 (1H, m), 7.42 (2H, d), 7.99 (2H, d), 8.13 (1H, br d), 8.25~8.33 (2H, m), 8.55 (1H, m); MS (EI) m/z 564 (M+); 元素分析値C₃₁ H₂₅FN₆ O₂S·O.25H₂ Oの計算値(%) C.65.41; H, 4.52; N, 14.77, 測定値(%) C, 64.96; H, 4.42; N, 15.01.

【0480】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロ

フェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $249\sim252$ ℃; $IR\nu$ max cm^{-1} 330 0, 2220, 1650; NMR (400MHz, $DMSO-d_6$) δ ppm 1. $77\sim2$. 35 (6H, m), 3. 68 (1H, m), 7. 35 (1H, t), 7. 58 (1H, s), 7. 63 (1H, m), 7. 76 (1H, m), 8. 22 (4H, m), 10. 50 (1H, s); MS (FAB) m/z445 (M^+ +1); 元素分析值 $C_{23}H_{17}FN_6$ $OS\cdot H_2$ OO計算値(%) C, 59. 73; H, 4. 14; N, 18. 17, 測定 値(%) C, 59. 75; H, 3. 93; N, 18. 08.

【0481】 [実施例164] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-クロロ-2-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-クロロ-2-メチルー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成 5-クロロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) -2-メチル安息香酸と 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロアニリンを、実施例104の工程 2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-クロロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メチルベンズアミドを得

融点 67~69℃(decomp.)(再結晶溶媒: メタノールー水); NMR(400MHz, CDC1 3) δppm 1.90~2.00(1H, m), 2.00~2.10(1H, m), 2.20~2. 40(4H, m), 3.60~3.70(1H, m), 3.81(3H, s), 4.15(3H, s), 5.81(2H, s), 6.91(2 H, d), 7.30~7.40(2H, m), 7.43(1H, d), 7.71(1H, s), 7.80(1H, s), 7.85(1H, d), 8.43(1H, s). 【0482】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-5

-クロロ-2-メチル-4-(1H-テトラゾール-5

-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-クロロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メチルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 130~133℃(decomp.)(再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノールーn-ヘキサン); I $R\nu$ max cm⁻¹ 1604, 1488, 1426, 13 80.1286: NMR (400MHz, DMSO d_6) $\delta ppm1.80~1.90(1H, m),$ 1.90~2.10(1H, m), 2.20~2.4 0(4H, m), $3.60\sim3.80(1H,$ m), 3.95 (3H, s), 7.42 (1H, d), 7.48(1H, t), 7.53(1H, s), 7.62(1H, s), 7.78(1 H, d), 7.88(1H, s), 8.06 (1H, s), 10.52(1H, br s); MS(FAB) m/z 475(M++1); 元素 分析値C₂₄ H₁₉ C l N₆ O S · H₂ Oの計算値(%) C, 54.60; H, 3.94; N, 15.28, 測定值(%) C,54.87; H,3.92; N, 15. 18.

【0483】[実施例165] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1): N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチルチオ -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラ ゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-x)トキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-xチルチオ安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例<math>104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-x)トキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-xチルチオベンズアミドを黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.9 1~2.08(2H, m), 2.29~2.38(4H, m), 2,58(3H, s), 3.65~3.73(1H, m), 3.80(3H, s), 5.57(2H, s), 6.91(2H,

d), 6.95(1H, s), 7.37 \sim 7.4 1(4H, m), 7.77 \sim 7.84(2H,

m), 7.98~8.00(2H, m), 8.1 4(1H, d), 8.56(1H, s).

【0484】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2

ーメチルチオー4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-メチルチオベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 154~156℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IR v max c m ⁻¹ 2212, 1650, 1606, 1582, 154 2; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δpp m 1.86 \sim 2.02(2H, m), 2.18 \sim 2.31(4H, m), 2.56(3H, s), $3.62\sim3.71$ (1H, m), 7.41 (1 H, d), 7.48(1H, t), 7.53 (1H, s), 7.77(1H, d), 7.78 (1H, d), 7.98(1H, d), 8.0 2(1H, s), 8.07(1H, s), 1 0.69(1H, s); MS(EI) m/z 47 3 (M+ +1); 元素分析値C₂₄ H₂₀ N₆ OS₂ · 1 /4H, Oの計算値(%) C, 60.42; H, 4.33; N,17.62, 測定值(%) C,6 0.61; H, 4.39; N, 17.58. 【0485】[実施例166] N-(3-(2-(4 -シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フ ルオロフェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)-6-フルオロフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

4-(2-(4-)++)シベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-))クロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フルオロアニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-))-2+)プリントカニル)-6-フルオロフェニル)-4-(2-(4-))メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを得た。

融点 $156\sim158$ C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); IR ν max c m⁻¹ 2216, 1656; NMR (400MHz, CDCl $_3$) δ pp m $1.91\sim2.39$ (6 H, m), $3.65\sim3.74$ (1 H, m), 3.80 (3 H, s), 5.76 (2 H, s), $6.90\sim6.92$ (2 H, m), 6.95 (1 H, s), $7.33\sim7.36$ (1 H, m), $7.39\sim7.42$ (2 H, m), $7.98\sim8.00$ (2 H, m), 8.09 (1 H, d), $8.27\sim8.29$ (2 H, m), 8.77 (1 H, dd); MS (1

AB) m/z 565 (M^++1); 元素分析値 C_{31} $H_{25}FN_6$ O_2 Sの計算値 (%) C, 65.94; H, 4.46; N, 14.89, 測定値 (%) C, 65.90; H, 4.46; N, 14.77. 【0486】(工程2) $N-(3-(2-(4-\nu)2)$ ロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-)2017+)2-4-7779 ル) エチニル) -6-7ルオロフェニル) -4-(2-(4-)3+2)2-(4-)3-2 (4-) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $218\sim220$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールー n ー

【0487】[実施例167] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(1H-テトラゾール-5-イル) -5-ピリジンカルボキサミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-(2-(4-メトキシベンジル) -1 H-テトラゾール-5-イル) -5-ピリジンカルボキサミド、及び N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -5-ピリジンカルボキサミドの合成

6-(2-(4-x)+2-x)-2-x)-2-x -n-5-4ル)ニコチン酸と3-(2-(4-2)-2-x) -n-5-4ル)ニコチン酸と3-(2-(4-2)-2-x) -n-2-x -n-3-x -n-

た。

融点 $208\sim230$ C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); IR_{ν} max cm^{-1} 1690; N MR (400MHz, $DMSO-d_6$) δ ppm 3.70 and 3.75 (3H, each s), 5.97 and 6.13 (2H, each s), 6.88 \sim 6.98 (2H, m), 7.31 \sim 7.43 (2H, m), 8.26 and 8.38 (1H, each d), 8.45 and 8.52 (1H, each dd), 9.19 and 9.31 (1H, each dd), 9.19 and 9.31 (1H, each d), 13.69 (1H, br s); MS (EI) m/z 311 (1H) 1H0 1H1 1H2 1H3 1H3 1H4 1H5 1H5 1H3 1H5 1H5 1H5 1H6 1H6 1H7 1H7 1H7 1H7 1H8 1H9 1H9

【0488】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(1H-テトラゾール-5-イル)-5-ピリジンカルボキサミドの合成

上記、工程1の化合物を、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 149~153℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-エタノール); $IR\nu \max c m^{-1}$ 2212, 1642; NMR (400MHz, DM $SO-d_{5}$) δppm 1. $84\sim2$. 35 (6H, m), 3.65 \sim 3.72(1H, m), 7.4 4(1H, d), 7.52(1H, t), 7.5 4(1H, s), 7.87(1H, d), 8. 14(1H, s), 8.41(1H, d), 8.59(1H, dd), 9.30(1H, d), 10.79(1H, s); MS(FAB) m/z428(M+1); 元素分析值C22H17N7 OS·1/4H, Oの計算値(%) C, 61.17; H, 4.08; N, 22.70, 測定値(%) C, 61. 04; H, 4. 14; N, 22. 52. 【0489】[実施例168] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニ ル) -2, 6-ジメチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2)

ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2,6ージメチルー4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)ベンズアミドの合成4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2,6ージメチル安息香酸と3ー(2ー(4ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、Nー(3ー(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)フェニル)-4ー(2ー(4-メトキ

シベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2, 6-ジメチルベンズアミドを淡黄色アモルファスとして得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.8$ $9\sim2.41(6\text{H}, \text{m}), 2.44(6\text{H}, \text{s}), 3.65\sim3.73(1\text{H}, \text{m}), 3.8$ 1(3H, s), 5.74(2H, s), 6. $90\sim6.93(2\text{H}, \text{m}), 6.96(1\text{H}, \text{s}), 7.36\sim7.41(4\text{H}, \text{m}), 7.5$ $2(1\text{H}, \text{br s}), 7.67\sim7.70(1\text{H}, \text{m}), 7.83(2\text{H}, \text{s}), 7.91(1\text{H}, \text{s}).$

【0490】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2,6-ジメチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2,6 -ジメチルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

1); 元素分析値 $C_{25}H_{22}N_6$ OS·1/2 H_2 Oの計算値(%) C,64.78; H,5.00; N,18.13, 測定値(%) C,65.02; H,5.03; N,17.83.

【0491】[実施例169] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-プロモ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-ブロモ-4 -(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ル-5-イル)ベンズアミドの合成

4-(2-(4-x)キシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2-ブロモ安息香酸と3-(2-(4-y)0ブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例1040工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-y)0ブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-x)キシベンジル)-2Hーテトラゾールー5-イル)-2-ブロモベ

ンズアミドをアモルファスとして得た。
NMR(400MHz, CDCl3) δppm 1.8
9~2.41(6H, m), 3.69(1H, m), 3.74(3H, s), 5.65(2H, s), 6.74~7.81(13H, m).
【0492】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2ーブロモー4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-ブロモベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 173~175℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); IRνmax cm⁻¹ 2212,1662; NMR(400MHz,DMSO-d₆)δppm1.88~2.28(6H,m),3.66(1H,m),7.38(1H,d),7.44(1H,t),7.52(1H,s),7.63(1H,d),7.74(1H,d),7.96(2H,s),8.11(1H,s),10.68(1H,s); MS(FAB)m/z507[(M+2)+1],505[(M+)+1];元素分析値C₂₃H₁₇BrN₆OSの計算値(%)C,54.66; H,3.39; N,16.63, 測定値(%)C,54.30; H,3.86; N,16.42.

【0493】 [実施例170] メチル N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル-3-(1H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸:

(工程1) メチル N-(3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカ ルボニルー3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H ーテトラゾールー5ーイル)安息香酸の合成 メチル 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5ーイル)-5ープロモ安息香酸1g、 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチ ニル) アニリン695mg、1,3-ビス(ジフェニル フォスフィノ)プロパン52mg、及び酢酸[2]パラ ジウム28mgにトリエチルアミン5m1及びDMSO 15mlを加えた。反応系を一酸化炭素ガスで置換し、 120℃で10時間撹拌した。冷却後、反応液を濃縮し た。トルエン100mlを加え、これを1N塩酸、次い で飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶 媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラム クロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチ ル=3:1)で精製し、エーテルで結晶化させ、メチル

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ

ル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル-3-(2-(4-x)+2) ー (4-x)+2 ー (4-x)+2

融点 112~120℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Delta + \psi$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 2212, 17 28; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 1.87~2.44(6H, m), 3.70(1 H, m), 3.81(3H, s), 4.00(3H, s), 5.78(2H, s), 6.9 3(2H, d), 6.97(1H, s), 7. $38\sim7.45(4H, m)$, 7.73(1H,m), 7.95(1H, br s), 8.01 (1H, br s), 8.61(1H, t), 8.82(1H, \cdot t), 8.97(1H, t); MS(FAB) m/z 605(M++1); 元素 分析値C₃₃H₂₈N₆O₄Sの計算値(%) C,64. 58; H, 4. 76; N, 13. 70, 測定値 (%) C, 64. 55; H, 4. 66; N, 13. 36.

【0494】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

メチル N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル-3 <math>-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 190℃(decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-エタノール); IRレmax cm⁻¹ 221 2,1730; NMR(400MHz, DMSO-d 6) δppm 1.82~2.36(6H, m), 3.68(1H, m), 3.99(3H, s), 7.45(1H, d), 7.52(1H, t), 7.54(1H, s), 7.91(1H,

d), 8. 15 (1H, s), 7. 91 (1H, s), 8. 73 (1H, s), 8. 83 (1H, s), 8. 93 (1H, s), 10. 85 (1H, s); MS (FAB) m/z 485 (M $^{+}$ +1); 元素分析值C₂₅ H₂₀N₆O₃S·1/2H₂Oの計算值(%) C, 6 0. 84; H, 4. 29; N, 17. 03, 測定值(%) C, 60. 59; H, 4. 17; N, 1 6. 85.

【0495】[実施例171] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-エチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-エチル-4 -(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー 4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ール-5-イル)-2-エチル安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニ

ルー5ーイル) ベンズアミドの合成

リンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-エチルベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.2 6 (3H, t), 1.91~2.39 (6H, m), 2.93 (2H, q), 3.69 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.92 (2H, d), 6.95 (1H, s), 7.30~8.10 (10H, m).

【0496】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-エチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-エチルメチルチオベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 160~162℃ (再結晶溶媒:酢酸エチルー n ーへキサン); IR ν max c m⁻¹ 2216, 1652; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.26(3H, t), 1.87~2.33(6H, m), 2.85(2H, q), 3.67(1H, m), 7.41(1H, d), 7.48(1H, t), 7.53(1H, s), 7.63(1H, d), 7.99(1H, d), 8.05(1H, s), 10.69(1H,

s); MS(FAB)m/z 455(M⁺+1); 元素分析値C₂₅H₂₂N₆ OS·3/4H₂ Oの計算値 (%) C,64.15; H,5.06; N,1 7.96, 測定値(%) C,64.43; H, 5.13; N,17.65.

【0497】[実施例172] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ビニル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ビニル-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ール-5-イル)-2-ビニル安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニ リンを、実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-ビニルベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.9 1~2.39(6H, m), 3.68(1H, m), 3.81(3H, s), 5.51(1H, d), 5.76(2H, s), 5.91(1 H, d), 6.69~8.35(14H, m). 【0498】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2 ービニル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-ビニルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $168\sim172$ C(decomp.)(再結晶溶媒:酢酸エチルーnーへキサン); $IR\nu$ max cm⁻¹ 2212, 1646; NMR(400MHz, $DMSO-d_6$) δ ppm $1.83\sim2.34$ (6H, m), 3.67(1H, m), 5.51(1H, d), 6.00(1H, d), 7.04(1H, dd), 7.42(1H, d), 7.48(1H, t), 7.53(1H, s), $7.77\sim7.80$ (2H, m), 8.43(1H, s), 10.76(1H, s); 10.7

【0499】 [実施例173] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2, 6-ジフルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2, 6-ジフル オロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テ トラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成 4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-2, 6-ジフルオロ安息香酸と

 $-\mu$ -5- 4μ) -2-2, 6-ジフルオロ安息香酸と 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを、実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-4ル) -2, 6-ジフルオロベンズアミドを得た。

融点 150~153℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Delta + \psi$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 2216, 16 58; NMR (400MHz, CDC l_3) δppm 1.89 \sim 2.41(6H, m), 3.64 \sim 3.73(1H, m), 5.75(2H, s), $6.91\sim6.93$ (2H, m), 6.95 (1 H, s), $7.36 \sim 7.41 (4H, m)$, 7. $71 \sim 7$. 73(1H, m), 7. 76(2H, d), 7.87(2H, s); MS(E)I)m/z 512(M+); 元素分析值C31H24F ₂ N₆ O₂ Sの計算値(%) C, 63.91; H, 4.15; N,14.42, 測定値(%) C,6 4. 14; H, 4. 21; N, 14. 40. 【0500】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)ー 2,6-ジフルオロー4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2,6 -ジフルオロベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 227~233℃(decomp.) (再結晶溶 媒:エタノールーn-ヘキサン); IR_{ν} max cm^{-1} 2212, 1664; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) δppm 1. $84\sim2$. 31 (6H, m), 3.63 \sim 3.71(1H, m), 7.4 6(1H, d), 7.51(1H, t), 7.5 4(1H, s), 7.72(1H, d), 7. $90\sim7.92$ (2H, m), 8.05 (1H, s), 11.15(1H, s); MS(FAB) m/z 463 (M+ +1); 元素分析值C23 H16 F₂ N₆ OSの計算値(%) C, 59. 73; H, 3.49; N,18.17, 測定値(%) C,5 9.83; H, 3.60; N, 18.19. 【0501】[実施例174] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)トラゾールー5ーイル)ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロー 6-メチルチオー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-4-アゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-4

ル) -2-フルオロー6-メチルチオベンズアミドを黄色アモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 1~2.40(6H, m), 2.58(3H,

s), 3.65~3.73(1H, m), 5.7 6(2H, s), 6.91~6.93(2H,

m), 6.96(1H, s), 7.38 \sim 7.4 2(4H, m), 7.67 \sim 7.70(1H,

m), 7.71~7.74(1H, m), 7.7 6(1H, s), 7.87(1H, s), 7. 90(1H, s).

【0502】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-フルオロ-6-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-)20 + 2) - 2 - 4 - 2)ル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-) + 2)ベンジル) -2H- テトラゾールー 5- イル) -2- ルオロー 6- メチルチオベンズアミドを実施例 1 の工程 5 と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $182\sim187$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0503】[実施例175] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-6-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロー 6-メトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成 4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-フルオロ-6-メトキシ安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-フルオロ-6-メトキシベンズアミドを淡黄色アモ

ルファスとして得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.8$ $9\sim2.41 (6\text{H}, \text{m}), 3.65\sim3.74 (1\text{H}, \text{m}), 3.81 (3\text{H}, \text{s}), 4.01 (3\text{H}, \text{s}), 5.76 (2\text{H}, \text{s}), 6.9 1\sim6.94 (2\text{H}, \text{m}), 6.95 (1\text{H}, \text{s}), 7.37\sim7.39 (2\text{H}, \text{m}), 7.39\sim7.42 (2\text{H}, \text{m}), 7.55\sim7.58 (1\text{H}, \text{m}), 7.58 (1\text{H}, \text{s}), 7.76\sim7.78 (1\text{H}, \text{m}), 7.84 (1\text{H}, \text{s}), 7.88 (1\text{H}, \text{s}).$

【0504】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-フルオロ-6-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-フルオロ-6-メトキシベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 210~213℃(decomp.) (再結晶溶媒: エタノールークロロホルム); IR ν max c m ⁻¹ 2216, 1680; NMR (400MHz, DM SO-d₆) δ p p m 1.86~2.33 (6 H, m), 3.63~3.71 (1 H, m), 3.97 (3 H, s), 7.42 (1 H, d), 7.48 (1 H, t), 7.53 (1 H, s), 7.58 (1 H, d), 7.65 (1 H, s), 7.72 (1 H, d), 8.05 (1 H, s), 10.87 (1 H, s); MS (FAB) m / z 475 (M + 1); 元素分析値C₂₄ H₁₉ F N₆ O₂ Sの計算値(%) C,60.75; H,4.04; N,17.71, 測定値(%) C,60.81; H,4.25; N,17.62.【0505】[実施例176] N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニ

【0505】 [実施例176] N-(3-(2-(4 ーシクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-イソプロポキシ-4-(1H-テトラゾール -5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-イソプロポ キシ-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テ トラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-イソプロポキシ安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例<math>104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-イソプロポキシベンズアミドを得た。

融点 124~125℃ (再結晶溶媒: クロロホルムー $n-\Lambda + \psi$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 2212, 16 70; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 1.58(6H, d), 1.91~2.40(6 H, m), $3.66\sim3.74(1H, m)$, 3. 80(3H, s), 4. $97\sim5$. 03(1)H, m), 5.75(2H, s), 6.89 \sim 6.93(2H, m), 6.96(1H, s), 7. $34\sim7$. 41(4H, m), 7. $76\sim$ 7.79(1H, m), 7.84(1H, s), 7. $86 \sim 7$. 88 (2H, m), 8.39 (1)H, d), 10.26(1H, s); MS(E I) m/z 604(M⁺); 元素分析值C₃₄H₃₂N ₆O₃ Sの計算値(%) C, 67.52; H, 5.3 3; N, 13.90, 測定値(%) C, 67.4 7; H, 5. 44; N, 14. 02.

【0506】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-イソプロポキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-イソプロポキシベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $207\sim210^{\circ}C(\text{decomp.})$ (再結晶溶媒: クロロホルム); $IR\nu$ max cm^{-1} 2216, 1672; $NMR(400MHz, DMSO-d_6)$ δ ppm 1.41(6H, d), 1.86 \sim 2.33(6H, m), 3.63 \sim 3.71(1H, m), 4.80 \sim 4.86(1H, m), 7.40(1H, d), 7.48(1H, t), 7.53(1H, s), 7.72 \sim 7.76(2H, m), 7.79(1H, s), 7.85(1H, d), 8.09(1H, s), 10.38(1H, s); MS(EI) m/z 484(M^{+}); 元素分析値 C_{26} H₂₄ N₆ O₂ Sの計算値(%) C, 63.27; H, 5.10; N, 17.03, 測定値(%) C, 63.39; H, 4.87; N, 17.25.

【0507】 [実施例177] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ヒドロキシー4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: 4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-イソプロボキン安息香酸97mg及び塩化アルミニウム53mgに1,2-ジクロロエタン20mlを加え、20時間加熱環流した。冷却後、反応液を<math>1N塩酸30mlに加え、析出した結晶を30ml、表題物を得た。

融点 160~163℃(decomp.) (再結晶溶

【0508】 [実施例178] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ニトロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2-ニトロー4 -(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ル-5-イル)ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-ニトロ安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例<math>104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-ニトロベンズアミドを淡黄色アモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 8~2.40(6H, m), 3.68(1H, m), 3.81(3H, s), 5.78(2H, s), 6.93(2H, d), 6.96(1H, s), 7.39~7.83(8H, m), 8.47(1H, d), 8.83(1H, s). 【0509】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-ニトロー4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-ニトロベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300°C (再結晶溶媒: クロロホルムーメタノール); IR ν max cm $^{-1}$ 2204, 1658, 1584, 1536, 1362, 1320; NMR (400MHz, DMSO $-d_6$) δ ppm 1.84 \sim 2.33 (6H, m), 3.67 (1H, m), 7.44 (1H, d), 7.50 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.69 (1H, d), 7.99 (1H, d), 8.03 (1H,

s), 8.52(1H, d), 8.78(1H, s), 11.00(1H, s); 元素分析値 C_{23} $H_{17}N_7$ O_3 Sの計算値(%) C, 58.59; H, 3.63; N, 20.79, 測定値(%) C, 58.20; H, 3.86; N, 20.61. 【0510】[実施例179] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-アミノ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-アミノー4 -(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ル-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ニトロー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを参考例<math>17と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-アミノベンズアミドを淡黄色アモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 0~2.41 (6H, m), 3.68 (1H,

m), 3.80(3H, s), 5.67(2H, br), 5.75(2H, s), 6.91(2H, d), 6.96(1H, s), 7.38 \sim 7.56(8H, m).

【0511】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-アミノー4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 164~168℃(再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR(400MHz, DMSO-d6) δppm 1.84~2.33(6H, m), 3.67(1H, m), 7.22(1H, d), 7.39(1H, t), 7.51(1H, s), 7.53(1H, s), 7.80(1H, d), 7.85(1H, d), 8.11(1H, s), 10.32(1H, s); MS(FAB) m/z 442(M+1); 元素分析値C23H19N7OS·3/4H2Oの計算値(%) C,60.71; H,4.54; N,21.55, 測定値(%) C,60.88; H,4.23; N,2

【0512】[実施例180] N-(3-(2-(4

1.33.

-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-イオド-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-イオド-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-イオド安息香酸と<math>3-(2-(4-)2) (4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-)2)0ブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-)メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-イオドベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 4~2.39 (6H, m), 3.67 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.75 (2H,

s), 6.92(2H, d), 6.94(1 H, s), 7.39~7.41(4H, m), 7.61(1H, d), 7.67(1H, m), 7.72~7.74(1H, m), 7.89(1 H, s), 8.18(1H, d), 8.67(1

H, s). 【0513】(工程2) N-(3-(2-(4-シク

【0513】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2 -イオド-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-×)+キシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-イオドベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $152\sim154$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400M Hz, DMSO-d₆) δ ppm 1.84 \sim 2.34 (6H, m), 3.67(1H, m), 7.4 3(1H, d), 7.50(1H, t), 7.54(1H, s), 7.76(2H, d), 8.07(1H, s), 8.18(1H, d), 8.58(1H, s), 10.77(1H, s);

元素分析値C₂₃H₁₇IN₆OS·1/4H₂Oの計算値(%) C, 49.61; H, 3.17; N, 15.09, 測定値(%) C, 49.45; H, 3.42; N, 15.02.

【0514】 [実施例181] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシ-6-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2

-4アゾリル)エチニル)フェニル)-2-メトキシー 6-メチルー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2 Hーテトラゾールー5ーイル)ベンズアミドの合成 4-(2-(4-メトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2-メトキシー6-メチル安息香酸 2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、1-(4-ジーのエーターフェール)フェニル)1-(4-メトキシベンジル)1-2Hーテトラゾールー5ーイル)1-2ルトキシー1-メトキシー1-メチャルベンズアミドを得た。

融点 $75\sim77$ \mathbb{C} (再結晶溶媒: 水-エタノール); NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. $90\sim2.30$ (6H, m), 2. 34 (3H, s), $3.60\sim3.70$ (1H, m), 3.7 6(3H, s), 3.88 (3H, s), 5.93 (2H, s), 6.97 (2H, d), 6.98 (1H, s), $7.39\sim8.08$ (8H, m).

【0515】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メトキシー6-メチル-4-(1H-テトラゾールー5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メトキシ-6-メチルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0516】 [実施例182] N-(3-(2-(4- $\sqrt{2}$ - $\sqrt{2}$ -

ールー5ーイル) -2-クロロー6ーフルオロ安息香酸と3ー(2ー(4ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、Nー(3ー(2ー(4ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2ークロロー6ーフルオロベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 0~2.30 (6H, m), 3.60~3.70 (1 H, m), 3.76 (3H, s), 5.93 (2H, s), 6.97 (2H, d), 6.9 8 (1H, s), 7.39~8.08 (9H, m).

【0517】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-クロロ-6-フルオロ-4-(1H-テトラゾールー5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-クロロ-6-フルオロベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 216~236℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400MHz, DMSO-d 6) δppm 1.90~2.30(6H, m), 2.34(3H, s), 3.60~3.70(1H, m), 3.76(3H, s), 7.39(1H, t), 7.45(1H, d), 7.54~8.08(5H, m), 10.52(1H, brs); MS(FAB) m/z 479(M⁺+1).

【0518】 [実施例183] N-(3-(2-(4-tert-ブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-tert-ブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-フルオロ安息香酸と3-(2-(4-tert-ブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例<math>104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-tert-ブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-フルオロベンズアミドを得た。

融点 212~213℃ (再結晶溶媒:クロロホルムn-ヘキサン); IR ν max c m⁻¹ 2212, 16 58; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 1.38(9H, s), 3.80(3H, s), 5.76 (2H, s), 6.90 \sim 6.9 3(2H, m), 6.97(1H, s), 7. 36~7.42(4H, m), 7.71~7.74 (1H, m), 7.93(1H, s), 7.9 7(1H, dd), 8.08(1H, dd), 8.28(1H, t), 8.50(1H, d); MS(FAB)m/z 567(M+ +1); 元 素分析値C₃₁H₂₇FN₆O₂S·1/4H₂Oの計算値 (%) C, 65. 19; H, 4. 85; N, 1 4.71, 測定値(%) C,64.96; H, 4.80; N, 14.57. 【0519】(工程2) N-(3-(2-(4-te rt-ブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミドの合成 N-(3-(2-(4-tert-))+v-2-+y)リル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキ シベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-フルオロベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理 し、表題物を得た。 融点 214~216℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム); NMR (400MHz, DMSO $-d_{6}$) δppm 1.32 (9H, s), 7.47 \sim 7.50(1H, m), 7.50(1H, s), 7.77(1H, d), 7.94(1H, t), 7.98~8.03(2H, m), 8.0 8(1H, s), 10.77(1H, s); M S(EI)m/z 446(M⁺);元素分析值C₂₃H 19FN₆ OS·1/4H₂ Oの計算値(%) C, 6 1.25; H, 4.36; N, 18.63, 測定 值(%) C,61.36; H,4.42; N,1 8.52. 【0520】[実施例184] N-(3-(2-(4

【0520】[実施例184] N-(3-(2-(4-2)) N-(3

融点 167~174℃ (再結晶溶媒: クロロホルムー $n-\Delta + \psi$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 2212; N MR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.87 $\sim 2.44 (6H, m), 3.70 (1H,$ m), 3.80(3H, s), 5.75(2H, s), 6.92(2H, d), 6.96(1 H, s), $7.36\sim7.42(4H)$ 7.73(1H, m), 7.90(1H, br s), 8.07(1H, br s), 8.15(1 H, t), 8.45(1H, t), 8.49 (1H, br s); MS(FAB)m/z 625 (M+ +1); 元素分析値C₃₁ H₂₅ Br N₆ O₂ S · H₂ Oの計算値(%) C₁ 57.85; H₁ 3. 70; N, 13.06, 測定值(%) C, 58. 11; H, 4. 26; N, 13. 31. 【0521】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-5 ープロモー3ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)ベン ズアミドの合成 N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-5-ブロモベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $217\sim222$ C(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); NMR(400 MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.85 \sim 2.3 8(6H, m), 3.68(1H, m), 7.32(1H, s), 7.37(1H, d), 7.44(1H, t), 7.88(1H, br d), 8.15(1H, br t), 8.36(1H, brt), 8.44(1H, br t), 8.72(1H, br t), 10.63(1H, s); MS(FAB) m/z 505[(M+2)+1], 503[(M+)+1]; 元素分析値C₂₃H₁₇BrN₆OS·3/4H₂Oの計算値(%)C,53.23; H,3.59; N,16.20,測定値(%) C,53.54; H,3.65; N,15.72.

【0522】[実施例185] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-ヒドロキシ-6-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-ベンズアミド:

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシ-6-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-ベンズアミドを実施例177と同様に処理し、表題物を得た。

融点 214~218℃(decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR(400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.90~2.30

(6H, m), 2.34(3H, s), 3.6 0~3.70(1H, m), 7.35(1H, t), 7.49(1H, d), 7.53(1H, s), 7.55(1H, s), 7.62(1 H, s), 7.82(1H, d), 8.08(1 H, s), 10.43(1H, s), 10.52 (1H, s); MS(FAB) m/z 471(M ++1).

【0523】[実施例186] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-ヒドロキシー4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -N-ヒドロキシ -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラ ゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-4オドフェニル)-N-ヒドロキシー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)ベンズアミドと4-シクロブチルー2-エイニルチアゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-ヒドロキシー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-4ル)ベンズアミドを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 $0\sim2.40$ (6H, m), 3.60 \sim 3.70 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6.90 (2H, d), 7.3 $5\sim$ 8.30 (12H, m).

【0524】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-ヒドロキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-ヒドロキシー4-(2-(4-x)+キシベンジル) -2H-テトラゾールー5ーイル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 167~170℃(decomp.) (再結晶溶媒:酢酸エチルーメタノール); NMR(400MHz,DMSO-d₆) δppm 1.90~2.40 (6H, m), 3.60~3.70(1H,

m), 7.53 (1H, s), 7.64 (1H, t), 7.87 (1H, d), 7.92 (1 H, s), 8.07 (1H, d), 8.30 \sim 8.40 (5H, m); MS (FAB) m/z 44 3 (M+1).

【0525】 [実施例187] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミ

ኑ :

(工程1) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成

3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸と<math>4-(2-(4-×トキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) アニリンを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(4-(2-(4-×トキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミドを得た。

融点 179~180℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216, 16 62; NMR (400MHz, CDC1₃) δppm 1.94~2.40(6H, m), 3.66~ 3.73(1H, m), 3.80(3H, s), 5.73(2H, s), 6.89~6.92(2 H, m), 6.99(1H, s), 7.38~ 7.40(2H, m), 7.52(1H, t), 7.75(1H, d), 7.80(2H,

d), 7.93(1H, d), 8.03(1H, s), 8.06(1H, s), 8.15(2H, d); MS(FAB) m/z547(M^+ +1); 元素分析値 $C_{31}H_{26}N_6$ O_2 Sの計算値(%) C, 68.11; H, 4.79; N, 15.38, 測定値(%) C, 67.79; H, 4.81; N, 15.24.

【0526】(工程2) N-(4-(1H-テトラゾ ール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロ ブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合 成

 $N - (4 - (2 - (4 - x) + 2 \times x)) - 2H - 7$ トラゾールー5ーイル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ベンズアミ ドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 245~246℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーエタノール); $IR\nu \max cm^{-1}$ 2216, 1654; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) δppm 1. 96~2. 32 (6H, m), 3.64 \sim 3.72(1H, m), 7.5 5(1H, s), 7.67(1H, t), 7.8 $9(1H, d), 8.01\sim8.04(3H,$ m), 8.07(2H, d), 8.29(1H, s), 10.65(1H, s); MS(FA B) m/z 427 (M+ +1); 元素分析值C23 H₁₈ N₆ OS·1/4 H₂ Oの計算値(%) C, 6 4.10; H, 4.33; N, 19.50, 測定 值(%) C, 63.89; H, 4.25; N, 1 9.37.

【0527】[実施例188] N-(3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成

3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸と<math>3-(2-(4-×トキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル) アニリンを実施例<math>104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-×トキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミドを得た。

融点 185~186℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); IR ν max cm⁻¹ 2216, 16 58; NMR (400MHz, CDC l_3) δppm 1.92~2.40(6H, m), 3.69~ 3.73(1H, m), 3.79(3H, s), 5. 72(2H, s), 6. $88\sim6$. 90(2) H, m), 6.99(1H, s), 7.37~ 7. 39 (2H, m), 7. 46 \sim 7. 51 (2) H, m), $7.72\sim7.74(1H, m)$, 7. $92\sim7$. 96 (3H, m), 8. 07 (1 H, s), 8.17(1H, br s), 8.29 (1H, s); MS(FAB) m/z 547(M+ +1); 元素分析値C₃₁H₂₆N₆O₂Sの計 算值(%) C, 68.11; H, 4.79; N, 15.38, 測定値(%) C, 67.73; H, 4.86; N, 15.22.

【0528】(工程2) N-(3-(1H-テトラゾ ール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロ ブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合 成

N-(3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。融点 $162\sim164$ (decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IR ν max cm⁻¹ 2216,1662; NMR(400MHz,DMSO-d₆) δ ppm 1.87~2.34(6H,m), 3.64~3.72(1H,m), 7.55(1H,s), 7.61(1H,t), 7.67(1H,t), 7.77(1H,d), 7.89(1H,d), 7.98(1H,d), 8.10(1H,d), 8.32(1H,s), 8.62(1H,s), 10.63(1H,s); MS(FAB) m/z 427(M+1);

元素分析値C₂₃H₁₈N₆ OS·1/4H₂ Oの計算値 (%) C,64.10; H,4.33; N,1 9.50, 測定値(%) C,64.38; H, 4.33; N,19.45.

【0529】[実施例189] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-メトキシフェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミド:

(工程1) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-メトキシフェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $0\sim2.42(6\text{H}, \text{m}), 3.67\sim3.75(1$ H, m), 3.80(3H, s), 4.06 (3H, s), 5.74(2H, s), 6.9 1(2H, d), 6.99(1H, s), 7. 40(2H, d), 7.53(1H, t), 7. 72(1H, d), 7.77(1H, d), 7.81(1H, dd), 7.96(1H, d), 8.08(1H, s), 8.63(1H, s),8.65(1H, d).

【0530】(工程2) N-(4-(1H-テトラゾ ール-5-イル)-2-メトキシフェニル)-3-(2 -(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベ ンズアミドの合成

融点 $220\sim221$ $^{\circ}$ (decomp.) (再結晶溶媒: クロロホルム-n-ヘキサン); IR $^{\circ}$ IR $^{\circ}$ Q $^{\circ}$

 $427 (M^+ +1)$; 元素分析値 $C_{24}H_{20}N_6O_2S$ ·1/2 H_2 Oの計算値(%) C, 61. 92; H, 4. 55; N, 18. 05, 測定値(%) C, 62. 21; H, 4. 42; N, 17. 94. 【0531】[実施例190] N-(4-(1H-F)+F)"ールー5ーイル)フェニル) -N-X チルー3ー(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド:

(工程1) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)フェニル)-N-メチルー3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)安息香酸とN-メチルー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)アニリンを実施例<math>104の工程2と同様に処理し、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール

-5-イル) フェニル) -N-メチル-3-(2-(4

ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ベンズア

ミドを得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.8$ $7 \sim 2.41 (6 \text{H}, \text{m}), 3.53 (3 \text{H}, \text{s}), 3.68 (1 \text{H}, \text{m}), 3.79 (3 \text{H}, \text{s}), 5.70 (2 \text{H}, \text{s}), 6.88 (2 \text{H}, d), 6.94 (1 \text{H}, \text{s}), 7.13 (1 \text{H}, d), 7.15 (1 \text{H}, t), 7.24 (1 \text{H}, d), 7.36 (2 \text{H}, d), 7.4 5 (1 \text{H}, d), 7.62 (1 \text{H}, \text{s}), 8.01 (1 \text{H}, d).$

【0532】(工程2) N-(4-(1H-テトラゾ ール-5-イル)フェニル)-N-メチル-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベン ズアミドの合成

N-(4-(2-(4-x)++x)-x)-2H-Fトラゾール-5-イル)フェニル)-N-x+ルー3-(2-(4-x)つブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $114\sim117$ (decomp.); IR ν max cm⁻¹ 2216, 1650; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm $1.83\sim2.32$ (6H, m), 3.44 (3H, s), 3.6 5(1H, m), 7.33 (1H, t), 7.36 (1H, d), 7.46 (2H, d), 7.52 (1H, s), 7.58 (1H, d), 7.63 (1H, s), 7.93 (2H, d); MS (FAB) m/z 441 (M*+1); 元素分析值 $C_{24}H_{20}N_6$ OS· $1/2H_2$ Oの計算值 (%) C, 64.12; H, 4.71; N, 18.70, 測定值 (%) C, 64.13; H, 4.9

2; N, 19. 17.

【0533】 [実施例191] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルベンズアミド: 前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 225~228℃(decomp.) (再結晶溶

媒: クロロホルムーエタノール); NMR (400M Hz, DMSO-d₆) δ ppm 1.80~2.40 (6H, m), 2.46 (3H, s), 3.60~3.80 (1H, m), 7.45 (1H, d), 7.52 (1H, s), 7.69 (1H, d), 7.82 (1H, s), 7.97 (2H, d), 8.04 (2H, d), 10.72 (1H, br s); MS (FAB) m/z441 (M+1); 元素分析値 C_{24} H₂₀N₆ OS·1/2H₂ Oの計算値(%) C, 64.12; H, 4.71; N, 18.69, 測定値(%) C, 63.92; H, 4.65; N, 18.58.

【0534】 [実施例192] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 184~186℃(decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); IRνmax cm⁻¹ 1664; NMR (400MHz, DMSO-d 6) δppm 1.80~2.40(6H, m), 2.56(3H, s), 3.60~3.80(1H, m), 7.44(1H, t), 7.55(1H, s), 7.61(1H, d), 7.77(1H, d), 7.97(2H, d), 8.04(2H, d), 10.78(1H, brs); MS(FAB)m/z 441(M⁺+1); 元素分析値C24H20N6 OS·1/2H2 Oの計算値(%) C,64.12; H,4.71; N,18.69, 測定値(%) C,64.12; H,4.62; N,18.52.

【0535】 [実施例193] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-メチルフェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-メチルフェニル)-3-(2

- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 135~138℃(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルムーメタノールーnーへキサン); NMR(400MHz,DMSO-d₆)δppm1.80~2.40(6H,m),2.38(3H,s),3.60~3.80(1H,m),7.55(1H,s),7.60~7.70(2H,m),7.80~7.90(2H,m),8.00(1H,s),8.09(1H,d),8.30(1H,s),10.20(1H,s); MS(FAB)m/z 441(M+1).

【0536】 [実施例194] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 222~226℃(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); IRνmax cm⁻¹ 1682; NMR(400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.90~2.40(6H, m), 3.60~3.80(1H, m), 7.51(1H, t), 7.54(1H, s), 7.90(1H, d), 7.91(1H, d), 7.95(2H, d), 8.05(2H, d), 10.86(1H, s); MS(FAB) m/z 445(M+1).

【0537】 [実施例195] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フルオロベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フルオロベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 226~229℃(decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-メタノール); NMR(400MHz, DMSO-d6)δppm 1.90~2.40(6H, m), 3.60~3.80(1H,

m), 7. 45 (1H, d), 7. 48 (1H, s), 7. 60 (1H, s), 7. 83 (1H, dd), 7. 95 (2H, d), 8. 05 (2H, d), 10. 88 (1H, s); MS (FAB) m/z 445 (M+1);元素分析值C (FAB) m/z 445 (M+1);元素分析值C (M+1);元素分析值C (M+1);元素分析值C (M+1);元素分析值C (M+1);元素分析值C (M+1);元素分析值C (M+1);元素分析值C (M+1); 元素分析值C (M+1); 12 (M+1); 13 (M+1); 14 (M+1); 15 (M+1); 16 (M+1); 17 (M+1); 18 (M+1)

18.29.

【0538】[実施例196] N-(4-(1H-テ トラゾールー5ーイル) -2-フルオロフェニル) -3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル) ベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-x)++)ベンジル)-2H-テトラゾールー5ーイル) -2-フルオロフェニル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニ ル) ベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。 融点 236~239℃(decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノール); NMR(400M Hz, DMSO- d_6) δ ppm 1.90 \sim 2.40 (6H, m), 3.60 \sim 3.80(1H, m), 7.55(1H, s), 7.68(1H, t), $7.90 \sim 8.00 (5H, m)$, 8. 09(1H, d), 8.31(1H, s), 1 0.54(1H, s); MS(FAB) m/z 4 $45(M^{+}+1)$.

【0539】[実施例197] 製剤例:錠剤の製造よく粉砕した実施例1の化合物1000mg.乳糖5900mg、結晶セルロース(MCC)2000mg、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース(LHPC)1000mg、ステアリン酸マグネシウム100mgをよく混合し、直接打錠法にて1錠100mg中前記化合物10mgを含有する素錠を製造した。この素錠に糖衣またはフィルムコートを施して糖衣錠及びフィルムコート錠を製造した。

【0540】[実施例198] 製剤例: 錠剤の製造よく粉砕した実施例157の化合物1000mg、乳糖5900mg、結晶セルロース(MCC)2000mg、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース(LHPC)100mg、ステアリン酸マグネシウム100mgをよく混合し、直接打錠法にて1錠100mg中前記化合物10mgを含有する素錠を製造した。この素錠に糖衣またはフィルムコートを施して糖衣錠及びフィルムコート錠を製造した。

【0541】[実施例199] 製剤例:カプセル剤の 製造

よく粉砕した実施例1の化合物1000mg、トウモロコシデンプン(コーンスターチ)3000mg、乳糖6900mg、結晶セルロース(MCC)1000mg、ステアリン酸マグネシウム100mgをよく混和して1カプセル120mg中前記化合物10mgを含有するカプセル錠を製造した。

【0542】 [実施例200] 製剤例:カプセル剤の 製治

よく粉砕した実施例157の化合物1000mg、トウモロコシデンプン (コーンスターチ)3000mg、乳糖6900mg、結晶セルロース (MCC)1000mg、ステアリン酸マグネシウム100mgをよく混和し

て1カプセル120mg中前記化合物10mgを含有するカプセル錠を製造した。

【0543】[実施例201] 製剤例:吸入剤の製造ソルビタンモノオレート50mgを5mlエアゾール用アルミ容器に摂取し、フレオン-111mlを加えて懸濁した。よく粉砕、乾燥した実施例1の化合物50mgを加え超音波を照射して分散させた。 $100\mul$ の定量バルブを装着し、加圧状態でバルブを介しフレオン-124mlを充填する。 $1噴射100\mul$ あたり前記化合物1mgを含有する定量噴霧の吸入剤 (MDI)を製造した。

【0544】 [実施例202] 製剤例:吸入剤の製造 ソルビタンモノオレート50mgを5mlエアゾール用 アルミ容器に摂取し、フレオン-11lmlを加えて懸濁した。よく粉砕、乾燥した実施例157の化合物50mgを加え超音波を照射して分散させた。 100μ lの定量バルブを装着し、加圧状態でバルブを介しフレオン-124mlを充填する。 $1 \% 100\mu$ lあたり前記化合物1mgを含有する定量債務の吸入剤 (MDI)を製造した。

【0545】式(1)で表される本発明の化合物及びそれらの塩は、例えば気管支狭窄の阻害活性を有しており、喘息やアレルギー反応などの軽減や予防を達成可能な気管支肺薬剤として有用である。本発明の式(1)の化合物の有用な医薬活性の例を以下の試験例により具体的に示すが、本発明の化合物の作用はこれらの試験例で明らかにされたものに限定されることはなく、下記の試験例によって本発明の範囲が限定されることはない。

【0546】 [試験例1] モルモット摘出回腸を用いたLTD。 拮抗試験

ハートレー系雄性モルモットの回腸を用い、マグヌス法により測定した。即ち、モルモットを放血致死させた後、回腸を摘出した。回腸を1~1.5cmの長さに切り、さらに縦走筋方向に切開して回腸標本を作製した。この標本を10mlのタイロード液(35℃,95%酸素-5%炭酸ガス通気)を満たしたマグヌス管に懸垂した後、1gを負荷した。ヒスタミン(10-4M)で3~4回収縮させた後、LTD4の収縮反応が安定してからLTD4の収縮に対する被験物質の作用を検討した。回腸の収縮はアイソトニックトランスデューサー(日本光電:TD-112S)を介してレコーダー(理科電気:R-64VS)に記録した。被験物質はジメチルスルフ

ォキシド (DMSO) に溶解し、LTD。(最終濃度1 O-8 M)添加5分前にマグヌス管内に加えた、成績は、 同一標本で溶媒処理したLTD4 による回腸の収縮を対 照とし、被験物質を処理したLTD 4による回腸収縮を 比較して抑制率を求め、抑制率の一時回帰直線から最小 二乗法により50%抑制用量(IC5n)を算出した。 【0547】[試験例2] ヒスタミン遊離抑制試験 Sprague-Dawley系雄性ラット(250~ 350g)を断頭放血死させた後、5U/m1のヘパリ ンを含有するmodified-Tyrode液[Na Cl 124mM, KCl4mM, CaCl₂ 1.0 mM, MgCl₂ O. 5mM, NaH₂ PO₄ · H₂ OO. 64mM, NaHCO3 10mM, Guluc ose5.6mM, Gelatin 0.05% (w/ v)]20mlをラット腹腔内に注入した。腹部を60 秒間軽くマッサージした後、切開して腹腔内液を回収し た。腹腔液を遠心分離 (250×g, 4℃, 5分間) し て得た細胞を、ヘパリンを含まないmodified-Tyrode液で、2回洗浄した。この腹腔浸出細胞液 (肥満細胞として約 10^7 cells/m1)に 80μ 1の抗DNP-IgE抗体を加え37℃で30分間イン キュベートすることにより肥満細胞を感作した。その 後、腹腔浸出細胞液に含まれる肥満細胞数が8×105 cells/mlになるようにヘパリンを含まないmo dified-Tyrode液を加えて調整した。この 細胞浮遊液250μ1に抗原(最終濃度30ng/m 1)を含む被験溶液を50μ1添加して37℃で5分間 インキュベーションした後、反応停止液「NaCl 1 20mM, KC1 5mM, EDTA 1mM, Tri s-HC1 (pH=7.4) 25mM, BSA 200 μg/m1]200μ1を加え反応を停止させた。その 後、遠心分離 (250×g, 4℃, 5分間) して得た上 清250μ1中のヒスタミン濃度をShoreらの方法 を用いて測定した。被験物質は抗原の添加と同時に加 え、その抑制効果は各濃度の抑制率の一次回帰直線から 最小二乗法により算出した50%抑制用量(IC50)で 示した。

【0548】モルモット摘出回腸を用いたLTD₄ 拮抗 試験及びヒスタミン遊離抑制試験における実施例化合物 の IC_{50} 値は以下の通りであった。

【0549】 【表1】

被験物質 (実施例番号)	回腸収縮抑制率 (IC ₅₀)	ヒスタミン遊離 抑制作用(I C ₅₀)
1	3. 6×10 ⁻⁸	6. 5×10 ⁻⁸
4	1. 9×10^{-8}	1. 2×10^{-7}
5	2. 8×10 ⁻⁸	1. 5×10^{-7}
6	3.0×10^{-8}	1. 2×10^{-7}

7	1.2×10^{-8}	9. 9×10^{-8}
1 7	1.2×10^{-8}	7. 5×10^{-7}
20	1. 3×10^{-7}	2.2×10^{-7}
23	2. 0×10^{-7}	1. 5×10 ⁻⁷
25	1. 7×10 ⁻⁷	1. 2×10 ⁻⁷
26	2. 8×10 ⁻⁷	1. 1×10^{-8}
35		
39	1. 3×10^{-8}	1. 7×10^{-7}
40	6. 6×10^{-8}	2. 8×10 ⁻⁷
4 1	7. 9×10^{-8}	3. 1×10^{-7}
4 2	2.7×10^{-8}	2. 0×10^{-6}
4 5	4.1×10^{-8}	1. 8×10^{-6}
68	7. 3×10^{-9}	3. 5×10^{-8}
6 9	7.8 \times 10 ⁻⁹	1. 1×10^{-7}
70	1. 5×10^{-8}	7. 1×10^{-7}
76	1. 1×10^{-8}	2.4×10^{-7}
78	2.6×10^{-9}	5. 5×10 ⁻⁷
101	2. 2×10 ⁻⁸	5. 4×10 ⁻⁷
103	1. 5×10 ⁻⁸	1. 2×10 ⁻⁹
104	4.9×10^{-8}	1. 5×10 ⁻⁸
		1. 3×10^{-7}
110		
125	2.0×10^{-9}	2. 7×10^{-8}
126	1. 9×10^{-9}	2.6×10^{-7}
127	1.8×10 ⁻⁹	3. 8×10^{-7}
1 2 9	7. 0×10^{-9}	7. 0×10^{-7}
1.3 1	8. 5×10 ⁻⁸	1. 7×10^{-7}
141	9. 4×10^{-10}	5. 9×10 ⁻⁹
142	1. 9×10^{-9}	5. 4×10^{-7}
152	2.5×10^{-10}	1. 5×10^{-8}
153	5. 4×10^{-10}	7. 4×10^{-9}
155	1. 0×10^{-8}	7. 4×10^{-9}
157	5. 7×10^{-10}	9. 3×10 ⁻⁹
161	2.3×10^{-10}	7. 0×10^{-9}
162	7. 9×10^{-10}	1. 8×10 ⁻⁹
	_	8. 2×10 ⁻⁸
163		
164		
165	1.0×10^{-9}	9. 4×10 ⁻⁹
167	4.5×10^{-9}	1. 0×10^{-7}
168	8. 2×10^{-10}	3. 1×10^{-8}
172	1.6×10^{-9}	4. 7×10^{-10}
173	6. 4×10^{-10}	4.1×10^{-8}
174	6. 6×10^{-10}	4.0×10^{-8}
175	2.0×10^{-10}	1.8×10 ⁻⁸
179	2. 6×10 ⁻⁹	8. 1×10 ⁻⁸
180	2. 3×10 ⁻¹⁰	2. 5×10^{-8}
181	1. 1×10^{-10}	5. 9×10 ⁻⁸
182	2. 3×10 ⁻⁹	2. 6×10 ⁻⁸
183	1. 8×10 ⁻⁹	5. 5×10 ⁻⁹
189	1. 3×10^{-8}	1. 7×10^{-8}
196	4.2×10^{-8}	7. 8×10 ⁻⁸

【0550】[試験例3] LTD₄ 誘発気道収縮抑制 試験

ハートレー系雄性モルモットを用い、ウレタン麻酔下(1.5g/5m1/kg, i.p.)に気管カニューレー及び静脈カニューレーを挿着した。人工呼吸器を気管カニューレーに接続し、換気量約10m1/kg、換気回数60m1/kg、換気回数60m1/kg、換気回数60m1/kg、換気回数60m1/kg、換え上のプラノロール(1mg/kg)、3分前にスクシニルコリン(1mg/kg,自発呼吸を停止させるため)さらに2分前にインドメタシン(2mg/kg)を静脈内投与した。換気量を気道内圧が $10cmH_2O/1/sec$.となるように調節した後、LTD4(4mg/kg)を静脈内投与して気道収縮を惹起させた。

被験物質は、0.5%カルボキシメチルセルロース(C MC)に懸濁して惹起前の至適投与時間に経口投与した。気道収縮は気管を完全閉塞して得られた最大反応に対する百分率で表し、抑制率は溶媒投与群のLTD4による最大収縮率をコントロールとして被験物質投与群の最大収縮率から求めた。成績は抑制率の一時回帰直線から最小二乗法により求めた50%抑制用量(ID_{50})で示した。実施例化合物のLTD4。誘発気道収縮抑制試験における ID_{50} 値は以下の通りであった。また、気道収縮抑制の持続時間は被験物質を経口投与(IOmg/kg)して8時間または12時間後の抑制率を測定した。【0551】

【表2】

被験物質	ID ₅₀ (mg/kg)	 活性持続〔	10mg/kg(p.o.)]
(実施例番号)		8 h	12h
1	1. 1	75%	
4	1.3	60%	
5	2.6		
6	2.4	76%	
17	4.1		
20	3.1		
39	1.3	67%	
42	2. 7		
45	1.9		
78	5.1		
125	3.8	75%	
1 2 7	1.9		
150	3.0		
152	0.7		
155	2. 0		
157	0.4		81%

【0552】[試験例4] PCA(Passive cutaneous anaphylaxis)反応抑制試験

Sprague-Dawley系雄性ラット(170~220g)の背部を剪毛した後、生理的食塩水で15倍に希釈した、抗eggalbuminラット血清(ラット48時間PCA titer:514倍)を背部2カ所に皮内注射(50μl/site)して感作した。感作後48時間に5/mgのeggalbuminを含む0.5%エバンスブルー生理的食塩水1mlを静脈内投与してPCA反応を惹起した。30分後断頭放血死させ、背部の青染部を切り取り、Katayamaらの方法2)で皮膚青染部の色素を抽出測定した。被験物質は、0.5%カルボキシメチルセルロースに懸濁して惹起直前の至適投与時間に経口投与した。成績は溶媒投与

群の色素漏出量から抑制率を求め、抑制率の回帰直線から最小二乗法により求められた50%抑制濃度(ID_{50})で示した。PCA試験の ID_{50} 値は以下の通りであった。

【0553】 【表3】

被験物質(実施例番号)	抑制率 (ID ₅₀)	
1	1. 5	
4	2.3	
5	3.6	
6	2.4	
7	0.5	

19	0.6
39	2.3
125	3. 1
153	4.1
157	3.8

【0554】[試験例5] 光安定性試験

被験物質の濃度が 10μ g/m1になるようにメタノールに溶解し、メンブランフィルターで沪過した。この溶液を容量5m1の透明ガラスサンプル管に3m1ずつ分注し、試料とした。一本はコントロールとして遮光し、もう一本は横置きにして光照射(蛍光灯: $10001 \times$ 時間)を行った。遮光条件下、逆相液体クロマトグラフ法により当該化合物のピーク面積を得、以下の式に従って残存率を求めた。

残存率 (%) =光照射した試料のピーク面積/遮光した 試料のピーク面積×100

液体クロマトグラフ法での分析条件は以下の通りである。分析カラムは資生堂UG-120(4.6mm φ×

250mm)を用い、移動層には0.01%トリフルオロ酢酸水溶液:メタノール=2:1(v/v)の溶液を用いた。検出はUV検出器を用い、検出波長は下記表4に示す通りとした。

【0555】光安定性試験の結果、2重結合化合物 [(E)-4-((3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エテニル)フェニル)アミノ)-2,2-ジエチルー4ーオキソブチル酸(Ro24-5913)(特開平2-69468号)及び(E)-2-((3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エテニル)フェニルアミノ)-2-オキソエチル)安息香酸(特開平6-80654号)]の残存率がそれぞれ55.5%及び56.4%であったのに対し、3重結合化合物[実施例1、141、142及び187の化合物]の残存率はともに100%を示し、分解物の生成を認めなかった。溶液状態の光安定性試験結果(蛍光灯:1001x.3時間)を表4に示す。

[0556]

【表4】

被験物質	残存率(%)	検出波長
実施例1の化合物	101.4	315 n m
実施例141の化合物	100.4	253 n m
実施例142の化合物	99.9	$312\mathrm{nm}$
実施例187の化合物	99.9	300 n m
特開平2-69468号公報に		
記載の化合物4	55.5	$240\mathrm{nm}$
特開平6-80654号公報に		
記載の化合物B	56.4	235 n m

5913)

B: (E) -2-((3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エテニ

ル)フェニルアミノ)-2-オキソエチル)安息香酸

【0557】[試験例6] 安全性試験 Sprague-Dawley系ラットに、実施例1、 4、6、7、39、及び157の化合物を1日1回、2 50mg/kgを14日間経口投与したところ、いずれ の化合物の投与においても、死亡例は認められなかっ た。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	FΙ	
A 6 1 K 31/53	ACD	A 6 1 K 31/53	ACD
C O 7 D 277/24		C O 7 D 277/24	
277/26		277/26	
277/28		277/28	
277/34		277/34	
277/36		277/36	

277/38		277/38	
277/56		277/56	
417/10	213	417/10	213
	255		255
	257		257
	261		261
	263		263
	271		271
	311		311
417/14	213	417/14	213
	239		239
	257		257
471/04	117	471/04	117A

(72)発明者 小笠原 共実

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第 一製薬株式会社東京研究開発センター内

(72)発明者 内藤 博之

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第 一製薬株式会社東京研究開発センター内

(72)発明者 長谷川 雅司

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第 一製薬株式会社東京研究開発センター内

(72) 発明者 春田 誠

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社東京研究開発センター内